PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

06-233670

(43) Date of publication of application: 23.08.1994

(51)Int.CI.

C12M 1/00 C12N 15/10 G05B 13/00 G05D 23/19

(21)Application number: 03-340025

(22)Date of filing:

29.11.1991

(71)Applicant: PERKIN ELMER CORP:THE

(72)Inventor: MOSSA ALBERT CARMELO

GOVEN LISA MAY

ATWOOD JOHN GIRDNER

WILLIAMS FENTON

WOUDENBERG TIMOTHY M

MARCEL MARGRIES **ROBERT P RAGUSA REES RICHARD**

(30)Priority

Priority number: 90 620606

91 670545

Priority date: 29.11.1990

14.03,1991

Priority country: US

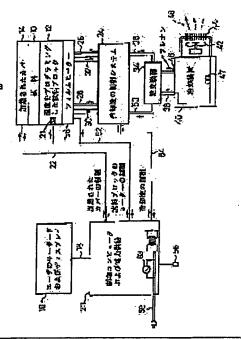
US

(54) AUTOMATIC APPARATUS FOR CARRYING OUT POLYMERASE CHAIN REACTION USING TEMPERATURE CONTROL

(57)Abstract:

PURPOSE: To uniformly and accurately carry out PCR(polymerase chain reaction) on many samples by controlling the temperature of a liquid sample as a function of temperature variation with time of a sample block having a well for a test tube.

CONSTITUTION: In this automatic apparatus, a sample tube including a sample mixture containing DNA or RNA to be amplified is engaged with a well of a sample block 12 and covered with a heated cover 14. A temperature of the cover is kept at a prescribed temperature by controlling an electric resistance heater in the cover by a central processing unit 20. The central processing unit 20 controls a temperature of the sample block by detecting a temperature of the sample block with a temperature sensor 21 and sensing a temperature of a circulating cooling liquid. An amount of electric power applied to each zone of a multi-zone sample block film heater 156 is calculated with a desired PCR protocol and a cooling liquid control demand to a cooling liquid controlling system 24 is generated. At the time, data of a circumferential air temperature sensor 56 and a line voltage sensor 63 are also taken into consideration.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.11,1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

Searching PAJ

BEST AVAILABLE COPY

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-233670

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

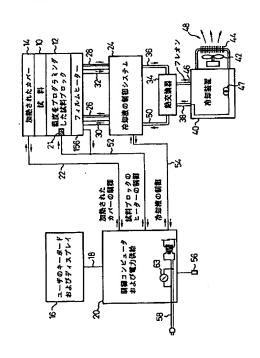
(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 1 2 M 1/00	Α	•		
C 1 2 N 15/10				
G 0 5 B 13/00		9131-3H		
G 0 5 D 23/19	.I.	9132-3H		
4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·	9050-4B	C12N	15/ 00 A
			審查請求	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(21)出願番号	特顯平3-340025		(71)出願人	591047822
				ザ パーキンーエルマー コーポレイショ
(22)出顧日	平成3年(1991)11月29日			ン
				アメリカ合衆国 コネチカット ノーウォ
(31)優先権主張番号	620606			ーク メインアヴェニュー 761
(32)優先日	1990年11月29日		(72)発明者	アルパート カーメロ モッサ
(33)優先権主張国	米国 (US)			アメリカ合衆国, コネチカット 06611,
(31)優先権主張番号	670545			トランブル, オクサン ヒル ロード 15
(32)優先日	1991年3月14日		(72)発明者	リサ メイ ゴブン
(33)優先権主張国				アメリカ合衆国。コネチカット 06606。
(TV) BUJUILLENIA	7.1.2 (0.0)			ブリッジポート, ピンセレッテ ストリー
				ト 535ーユニット 8
			(74)代理人	
			(STREET	最終頁に続く

(54)【発明の名称】 温度制御を用いたポリメラーゼ連鎖反応の自動実施装置

(57)【要約】

【目的】 試料ブロックを用いてマイクロタイタートレ -内で極めて正確なポリメラーゼ連鎖反応を実施する機 器を提供する。

【構成】 試料ブロックは局所的に熱バランスと対称性 とを保つようになっている。コンピュータにより制御さ れる、3つの領域を有するフィルムヒータと、同様にコ ンピュータにより制御されブロック中を流れる冷却剤の 流れを調節するランプ冷却ソレノイド弁とが試料ブロッ ク温度の制御に用いられる。微少な温度制御には一定の バイアス冷却が用いられる。また、試料温度は実測では なく計算により求められる。加熱されたカバーはフラス チックキャップを変形させ、試料管を嵌合し、熱的に隔 離するのに必要な最小限の力を与える。個々の試料管に 自由度を与えるための使い捨てのブラスチックマイクロ タイタートレーが使用される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定量の液体試料混合物を収容した少な くとも1つの試料管内におけるポリメラーゼ連鎖反応 の、制御装置付自動遂行装置であって、

- a) 前記少なくとも1つの試料管用の少なくとも1つの ウェルを備えた試料ブロック、
- b) 所定時間に亙る前記試料ブロックの温度の関数とし て前記液体試料混合物の温度を決定する手段を備えたコ ンピュータ、
- ンピュータによって制御される加熱及び冷却手段、及 75
- d) 前記試料ブロックへ熱的に連結され、前記所定時間 に亙る該試料ブロックの温度を前記コンピュータへ送る ブロック温度センサ、を具備した装置。

【請求項2】 所定量の液体試料混合物を収容した少な くとも1つの試料管内におけるポリメラーゼ連鎖反応 の、コンピュータ、前記少なくとも1つの試料管用の少 なくとも1つのウェルを備えた試料ブロック、該試料ブ ロックへ熱的に連結されるブロック温度センサ、及び前 20 e)前記コンピュータシステムに制御され、前記試料ブ 記試料ブロックの温度を変化させるために前記コンピュ ータによって制御される加熱及び冷却手段、を備えたコ ンピュータ制御式熱循環装置による自動遂行を、コンピ ュータ制御するための方法であって、

前記コンピュータは、

- a) 所定の時刻における前記試料ブロックの温度を読む ステップ、
- b) 所定時間に亙る前記試料ブロックの温度の関数とし て前記液体試料混合物の温度を決定するステップ、及
- c) 前記液体試料混合物の温度の関数として前記加熱及 び冷却手段を制御するステップ、を含む方法。

【請求項3】 ポリメラーゼ連鎖反応の自動遂行に適し た熱循環装置であって、

- a) 主頂面及び主底面を備えた金属製試料ブロック.
- b) 前記主頂面に形成される相互に離間した試料ウェル 群の配列、
- c) 前記試料ブロックが35~100℃の範囲内の温度 にあるときに、外熱の供給がない限り少なくとも0.1 ℃/秒の率で該試料ブロックを一様に冷却するのに充分 40 a) 1 ピースのトレーは、 な速度で、該試料ブロックに付与されるバイアス冷却、 及以
- d) コンピュータに応答して、前記パイアス冷却よりも 高い割合で前記試料ブロックの温度を一様に昇温できる コンピュータ制御可能な加熱手段、を具備し、コンピュ ータの制御下で前記試料ウェルの配列を、35~100 °Cの範囲において±0.5°Cの許容誤差で一定温度に維 持可能な熱循環装置。

【請求項4】 ポリメラーゼ連鎖反応の迅速自動遂行に 適した熱循環装置であって、

- a) 主頂面及び主底面を備えた低熱体からなる熱的に均 質な金属製試料ブロックであって、上面の中心領域に配 置され、工業規格のマイクロタイターブレートのフォー マットに適合する中心間間隔を有した試料ウェル群の8 ×12の長方形配列と、該配列を包囲し、かつ前記中心 領域の熱特性と類似の熱特性を有する保護帯からなる周 縁領域とを備えた試料ブロック、
- b) 前記試料ブロックが35~100℃の範囲内の温度 にあるときに、外熱の供給がない限り少なくとも0.1 c) 前記試料ブロックの温度を変化させるために前記コ 10 °C/秒の率で該試料ブロックを一様に冷却するのに充分 なバイアス冷却速度で、該試料ブロックを常に冷却する バイアス冷却装置、
 - c) 複数の反応サイクルを決定する時間及び温度に関し たユーザデータを受け取りかつ記憶するコンピュータシ ステム、
 - d) 該コンピュータシステムに制御され、前記試料ブロ ックを、100℃から少なくとも4℃/秒、及び40℃ から少なくとも2℃/秒の傾斜冷却速度で選択的に冷却 する傾斜冷却装置、
 - ロックの中心領域用の加熱ゾーンと前記保護帯用の加熱 ゾーンとを備え、前記試料ブロックを35~100℃の 範囲内で一定温度に維持するのに必要な熱を供給可能 で、かつ前記試料ブロックに傾斜加熱を供給可能な多ゾ ーン加熱装置、
 - f)前記試料ブロック上で鉛直に変位可能なプレスカバ 一 及び
 - g) 該カバーを昇降させ、かつ少なくとも300gの抵 抗力に対抗して該カバーの鉛直位置を保持するカバー変 30 位手段、を具備し、前記試料ウェルの配列を、35~1 00℃の範囲において±0.5℃の許容誤差で一定温度 に維持可能な熱循環装置。

【請求項5】 上端で開放する円筒形の上方部分とそと から下方へ延びて閉鎖するテーパ状の下方部分とを備 え、円形断面を有し、かつ前記上方部分の前記開放端の 下方位置で前記上方部分から外側へ延びる包囲肩部を備 えた所定構造のマイクロタイター試料管を96個まで非 拘束に保持する2ピース構造のプラスチック製ホルダで あって、

- - i) 工業規格のマイクロタイタープレートに適合する8 ×12の長方形配列に96個の穴を備え、これらの穴 が、前記試料管の前記上方部分の外径よりわずかに大き くかつ前記肩部の外径より小さい径を有する平坦かつ水 平なプレート部分と、
 - ji) 該プレート部分を完全に包囲し、前記穴の1つに置 かれた試料管の高さよりも高い位置まで上方へ延びる第 1のトレー直立側壁と、
- iii) 前記プレート部分を包囲し、前記穴の1つに置か 50 れた試料管の上方部分のほぼ底部まで下方へ延びる第2

のトレー直立側壁とを具備し、

b) 前記トレー内に置かれた全ての試料管に亙って前記 トレーの内部に着脱自在に係合する1ピースのリテーナ は、

i) 工業規格のマイクロタイタープレートに適合する8 ×12の長方形配列に96個の穴を備え、これらの穴 が、前記試料管の前記上方部分の外径より僅かに大きく かつ前記肩部の外径より小さい径を有する平坦かつ水平 なリテーナプレート部分と、

ート部分から上方へ延びるリテーナ直立側壁とを具備

前記リテーナが前記トレーの内部に係合するとき、前記 リテーナブレート部分は、前記トレー内に置かれた試料 管の肩部の僅かに上方に位置し、前記第1のトレー直立 側壁は前記リテーナ直立側壁とほぼ同一高さにあり、そ れにより前記トレー内に置かれた試料管は、鉛直方向及 び横方向のいずれにも非拘束に保持されるホルダ。

【請求項6】 それぞれに内表面を有する相互に離間し 備し、前記試料ウェル群が、上端縁を有するマイクロタ イタープレート内に配置されかつそれぞれに試料混合物 を収容する1つ以上の有蓋試料管を備え、前記マイクロ タイタープレートが前記試料ブロック上に設置される、 ポリメラーゼ連鎖反応の遂行に適した熱循環装置内で、 前記有蓋試料管を包囲するカバーであって、

平坦かつ水平な矩形部分、該矩形部分の周縁部に沿って 下方へ突出するスカート部分、及び前記矩形部分の少な くとも下面を加熱する装置を具備し、

向きの力によって変形するとき、前記試料管に接触し、 かつ前記試料ブロック上の前記マイクロタイタープレー ト及び試料管を包囲するように寸法決めされたカバー。 【請求項7】 試料混合物を収容する少なくとも1つの プラスチック製有蓋試料管を配置する試料ウェルを備え た、ポリメラーゼ連鎖反応の遂行に適した熱循環装置に

前記少なくとも1つの試料管と前記との間に密な接触を 与える被熱カバーを具備した装置。

【請求項8】 略円錐形の第1壁部と略円筒形の第2壁 40 部とを具備し、前記第1壁部はその外面の略全体に亙り 熱交換器の対応形状部分に接触するよう構成され、かつ 前記第1壁部は前記第2壁部よりも実質的に薄い壁断面 を有する使い捨て反応容器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポリメラーゼ連鎖反応 (以後PCRという) を実施するためのコンピュータ制 御の計器の分野に関する。より詳しくは、本発明は、多 数の試料についてポリメラーゼ連鎖反応を同時に実施し 50 料、実験対実験、実験室対実験室、および計器対計器か

て、各試料についての結果を非常に高い精度で得ること ができる自動化計器に関する。との高い精度は、なかで も、いわゆる「定量的PCR」を実施する可能性を提供 する.

[0002]

【従来の技術】PCRプロセスを使用してDNA(デオ キシリボース核酸)を増幅するために、特別に構成した 液状反応混合物を、いくつかの異なる温度のインキュベ ーション期間を含むPCRプロトコルを通してサイクル ii) 該リテーナブレート部分を包囲して該リテーナプレ 10 することが必要である。反応混合物は種々の成分、例え ば、増幅すべきDNAおよび少なくとも2つのプライマ ーから構成され、前記プライマーは増幅すべきDNAの 伸長産生物をつくることができるように、試料のDNA に対する十分に相補的であるように予め決定される。反 応混合物は、種々の酵素および/または他の試料、なら びにいくつかのデオキシリボヌクレオシドトリホスフェ ート、例えば、dATP、dCTP、dGTPおよびd TTPを包含する。一般に、プライマーはオリゴヌクレ オチドであり、核酸の鎖に対する相補的であるプライマ た試料ウェル群の配列を備える金属製試料ブロックを具 20 一の伸長産生物の合成を誘発する条件下に、すなわち、 ヌクレオチドおよび誘発因子、例えば、熱安定性DNA ポリメラーゼの存在下に適当な温度およびpHにおいて、 配置したとき、合成の開始点として作用することができ

【0003】ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、主と して非常に簡単でありそして要求される設備のコストが 比較的低いので、遺伝的分析に現象的に有望な技術であ ることが証明されている。PCRに対して重要なこと は、サーモサイクリングの概念である。すなわち、DN 前記試料管の蓋の頂部が、前記カバーに加わる熱及び下 30 Aを溶融し、短いプライマーを生ずる一本鎖に対してア ニーリングし、そしてそれらのプライマーを伸長して二 本鎖のDNAの新しいコピーをつくる、交互する工程で ある。サーモサイクリングにおいて、PCR混合物をD NAを溶融するための高い温度(>90℃)から、プラ イマーのアニーリングおよび伸長のためのより低い温度 (40°~70°) に反復してサイクリングする。PC Rにおいて要求されるサーモサイクリングを実施するた めの最初の商業的システムであるパーキンーエルマー・ セツス・DNA・サーマル・サイクラー(Perkin-Elmer Cetus DNA Thermal Cycler)は、1987年に導入さ れた。

> 【0004】PCRのための応用は、現在、基本的な研 究から、多数の同様な増幅工程を日常的に実施する応用 へと動きつつある。これらの応用範囲は、診断の研究、 生物製剤学的開発、遺伝子の分析、および環境的試験を 包含する。これらの応用範囲におけるユーザは、高い処 理量、迅速な回転時間、およひ再現性ある結果を提供す る高性能のPCRシステムから利益を受けるであろう。 また、これらの応用範囲におけるユーザは、試料対試

:

らの再現性を保証されるにちがいない。

【0005】例えば、ヒトのゲノムのブロジェクトにおける物理学的マッピングのブロセスは、配列標的部位(STS)を利用することによって、大きく簡素化することができる。STSは、PCRにより容易に増幅され、そして染色体上の位置を同定する短くかつ独特な配列である。このような部位を検査してゲノムの地図を作ることは、世界中を通じて再現性をもって実施することができるブロトコルを使用して、短い時間で、多数の試料を増幅することを必要とする。

【0006】PCRの試料の数が増加するにつれて、増幅工程を試料の調製および増幅後の分析と統合することがいっそう重要となる。試料の容器は急速なサーマルサイクリングを可能とするばかりでなく、かつまた溶媒抽出および遠心等の操作のための自動化された取り扱いを可能としなくてはならない。容器は絶えず小さい体積で働いて、試薬のコストを減少する。

【0007】一般に、PCRのサーマルサイクリングは 異なる温度における少なくとも2回のインキュベーショ ンを含む。これらのインキュベーションの一方は、プラ 20 イマーのハイブリダイゼーションおよび触媒されたプラ イマーの伸長反応用のものである。他方のインキュベー ションは変性、すなわち、二本鎖の伸長産生物を次のハ イブリダイゼーションおよび伸長インキュベーション間 隔において使用するための、一本鎖の鋳型に分離するた めのものである。PCRの詳細、PCRに必要な温度サ イクルおよび反応条件、ならびにこの反応の実施に必要 な種々の試薬および酵素は、米国特許第4,683,2 02号、米国特許第4,683,195号、EPO公報 258, 017号および4, 889, 818号 (Tag ポリメラーゼ酵素の特許) およびすべての他のPCRの 特許(出願人、セツス・コーポレーション) に記載され ている。

【0008】PCRの目的は、最初に供給した小さい体積の「種子」DNAと同一の、DNAを大きい体積で調製することである。この反応は、DNAの鎖をコピーし、次いで引き続くサイクルにおいてコピーを使用して他のコピーを発生することを包含する。理想的な条件下に、各サイクルは存在するDNAの量を2倍にし、これにより幾何学的進行において、反応混合物の中に存在す 40る体積の「標的」または「種子」のDNAの鎖を生ずる。

応混合物の温度を50℃~72℃の範囲の温度に上げ、 とてでそれを2分間保持して伸長産生物の合成を促進する。とれは1サイクルを完結する。次いで、前のサイクルにおいて形成する伸長産生物の鎖の分離のために、反応混合物の温度を94℃に上げるととによって、次のP CRサイクルを開始する(変性)。典型的には、サイクルは25~30回反復する。

【0010】一般に、試料温度を次の温度にサイクルにおいて、いくつかの理由で出来るだけ迅速に変化することが望ましい。第1に、化学的反応はその段階の各々について最適な温度を有する。こうして、最適でない温度における消費時間が少ないことは、よりよい化学的結果が達成されることを意味する。他の理由は、各インキュベーション温度に到達後、各インキュベーション温度に反応混合物を保持する時間を最小することが必要であるということである。これらの最小のインキュベーション時間は、サイクルの完結に要する「床」または最小時間を確立する。試料のインキュベーション時間の間の遷移時間は、この最小サイクル時間に付加される時間であり間は、この最小サイクル時間に付加される時間である。サイクルの数はかなり大きいであるので、この追加の時間は増幅の完結に要する合計の時間を不必要に長くする。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】いくつかの従来の自動 化されたPCRの計器において、反応混合物はキャップ で閉じた、使い捨てプラスチック管の中に貯蔵された。 このような管のための典型的な試料の体積はほぼ100 μlであった。典型的には、このような計器は試料のD NAを充填した多数のこのような管を使用し、そして反 応混合物は金属のブロック中の試料のウェル (wel 1)と呼ぶ孔に挿入された。PCRプロセスを実施する ために、PCRプロトコルのファイルにおいてユーザに より特定された規定した温度および時間に従い、金属ブ ロックの温度を制御した。次いで、コンピュータおよび 関連するエレクトロニクスは、時間、温度およびサイク ルの数など規定するPCRプロトコルのファイル中のユ ーザの供給したデータに従い、金属ブロックの温度を制 御した。しかしながら、これらの先行技術の計器におい て、すべての試料が正確に同一の温度サイクルを経験し たわけではなかった。これらの先行技術の計器におい て、試料温度における誤差は金属の試料ブロック内の場 所対場所の温度の不均一性、すなわち、ブロックの金属 内に存在する温度勾配により発生し、これによりある試 料はサイクルの特定の時間において他の試料と異なる温 度を有した。さらに、熱を試料ブロックから試料に移す ときの遅延が存在したが、遅延はすべての試料について 同一ではなかった。PCRプロセスを首尾よくかつ効率 よく実施するために、かついわゆる「定量的」PCRを 可能とするために、これらの温度の遅延および温度の誤 7

【0012】試料の液体の熱の出入りのための時間の遅延を最小にしそして金属ブロック上の種々の点における温度勾配または温度の不均一性のための温度の誤差を最小にするという問題は、試料を含有する領域の大きさが大きくなるとき、とくに重大となる。工業的に標準のマイクロタイターブレートのフォーマットの中に配置された96の試料管を収容するために十分に大きい金属ブロックを有することは、PCR計器にとって高度に望ましい属性である。

【0013】マイクロタイタープレートは、生化学およ 10 びバイオテクノロジーの分野において多数の小さい試料 を取り扱い、処理しそして分析するために、広く使用さ れている手段である。典型的には、マイクロタイタープ レートは、3+5/8インチ(9.2cm) 幅および5イ ンチ (12.7cm) 長さであり、そして9mmの中央に8 ウェル×12ウェルの長方形の列の中に96の同一の試 料ウェルを含有するトレーである。マイクロタイターブ レートは広範な種類の材料、形状および体積の試料ウェ ルで入手可能であり、それらは多数の異なる使用につい て最適化され、すべてのマイクロタイタープレートは同 20 一の全体の外側寸法および9mmの中央に同一の8×12 のウェルの列を有する。この標準のマイクロタイタープ レートのフォーマットにおける試料の取り扱い、処理お よび分析を自動化するための、広範な種類の装置は入手 可能である。

【0014】一般に、マイクロタイタープレートは、射出成形または真空成形されたプラスチックであり、そして安価であり、使い捨て可能であると考えられる。交差汚染から生ずる法律上の責任および使用後のマイクロタイタープレートの洗浄および乾燥の困難のために、使い30捨て可能性は極めて望ましい。したがって、マイクロタイタープレートのフォーマットで配置されている96までの試料について同時にPCR反応を実施できることは、PCR計器について極めて望ましい特性である。

【0015】もちろん、9mmの中央上の8×12ウェルの列の96試料を加熱および冷却するために必要な金属ブロックの大きさは、かなり大きい。この大きい面積のブロックは、一般に0~100℃の温度範囲に試料間の温度の変動についての許容度を非常に小さくしてこのようなブロックを非常に急速に加熱および冷却できるPC 40 R計器の設計について、多数の対抗する工業的問題をつくる。これらの問題はいくつかの原因から生ずる。第1に、ブロックの大きい熱的質量は、ブロックの温度を操作範囲内で大きい速度で上下させることを困難とさせる。第2に、種々の装置、例えば、冷却後の供給および抜き出しのためにマニホールド、ブロックの支持取り付け点、および関連する他の周辺装置にブロックを取り付ける必要性は、許容可能な限界を越えた温度勾配がブロックを横切って存在させる可能性をつくる。

【0016】また、多数の試料の急速な、正確な温度サ 50 浴、オーブンなどの、他の型の熱交換器を使用すること

イクルを必要とするPCR反応または他の反応の自動化実施のための、サーマルサイクリングの設計における要件の間に、多数の他の衝害が存在する。例えば、金属ブロックの温度を急速に変化させるために、大量の熱を短い時間で試料ブロックから出入りさせなくてはならない。熱は電気抵抗ヒータからか、あるいは加熱された流体をブロックと接触させて流すことによって添加することができる。熱は冷却された流体をブロックと接触させて流すことによって急速に除去できる。しかしながら、これらの手段により、試料の間で温度の不均一性を生じる温度勾配を形成するような、ブロック中の場所対場所で大きい温度差をつくらないで、金属ブロックに大量の加熱を出入りさせることは不可能であるように思われ

【0017】熱の添加または除去の停止後でさえ、ブロック中の種々の点において貯蔵された熱がより冷たい領域に移動して温度勾配を排除しなくてはならない距離の平方にほぼ比例する時間の間、温度勾配は持続することができる。こうして、金属ブロックをより多くの試料を収容するためにより大きく作るとき、温度変化がより大きい寸法を横切って存在する温度勾配を引き起こした後、ブロックの中に存在する温度勾配が消滅するために要する時間は顕著に長くなる場合がある。これは、すべての試料の間で正確な温度の均一性を維持しながら、試料ブロックの温度を急速にサイクルする困難を増加させる。

【0018】温度勾配を消散させるに要する時間に起因して、ブロック中の大きい距離にわたって存在する温度勾配の発生を防止するために、高い性能のPCR計器の設計において、重要な必要性が発生した。他の必要性は、金属部分またはブロックに取り付けられた他の周辺装置の間の機械境界を横切って熱が移動するという要件を、出来るだけ非常に多く、回避することである。ショイントを横切ってすべての場所で高い温度伝導性を均一に保証する方法で、金属部分を接合することは困難である。熱伝導性の不均一性は望ましくない温度勾配を発生するであろう。

[0019]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、試料ブロック中の試料温度の変化と反応混合物中の温度変化との間の遅延を減少するための、薄い壁の試料管が開示される。2つの異なる大きさの試料管を開示するが、各々は試料ブロック中の合致する円錐形のくぼみの中に嵌合する薄壁の円錐形区画を有する。典型的には、縦軸に関して17°の角度をもつ円錐を使用して、試料ブロックの中への管のジャミングを防止するが、すべりばめを可能とする。他の形状および角度も、本発明を実施するために十分であろう。

【0020】また、試料ブロック以外の、例えば、液体 ※ オーブンなどの、他の型の熱な物質を使用するとと ができる。しかしながら、何らかの熱交換器と接触する 試料管の区画の壁厚さは、PCRのサイクリングの熱的 ストレスおよび通常の使用のストレスに十分に耐えられ る範囲内で、出来るだけ薄くあるべきである。典型的に は、試料管はオートクレーブ処理可能なポリプロピレ ン、例えば、0.009~0.012インチ±0.00 1インチ(0.23~0.30mm±0.03mm)の範囲 の円錐形区画の壁厚さをもつHimont PD701 から作られる。より好ましくは、壁厚さは0.012イ ンチ (0.30mm) である。

【0021】好ましい実施態様において、試料管は、ま た、円錐形区画と接合する、より薄い壁の円筒形区画を 有する。この円錐形区画はもとの反応混合物またはPC Rプロセス後に添加できる試薬を含有する。図51に示 す試験管は、他のPCRシステムにおける適合性のため の薄い壁を除外して、工業的に標準の形状を有する。図 15の試料管は、ととに開示するシステムとともに使用 できる、短い管である。薄い壁の試料管の使用が好まし いシステム環境の他の実施態様を以下に要約する。

コルの実施の間に、マイクロタイタープレートのフォー マットにおいて配置された非常に大きい数の試料につい て、非常に正確な温度制御を達成する新規な方法および 装置をさらに開示する。本発明の教示は、試料ブロッ ク、試料管および支持の取り付け、加熱および冷却装 置、制御エレクトロニクスおよびソフトウェアについて の新規な構造、新規なユーザのインタフェースおよびP CRプロトコルを実施するために前記装置を使用する新 規な方法を包含する。

【0023】 ことに開示される装置は、多数の試料を横 30 切って温度制御の非常に緊密な許容度で96までの試料 についてPCR遺伝子増幅を実施するように設計され る。すなわち、すべての試料は、異なる試料を含有する 異なるウェルの間の温度差を非常に小さくすると同時 に、温度が上下する。これはポリメラーゼ連鎖反応のサ イクルを通じて真実である。また、この装置は、各試料 ウェル中の蒸発および凝縮のプロセスの制御により、反 応混合物の濃度を非常に厳密に制御することができる。 さらに、との装置は、試料ウェルの間の交差汚染を実質 的になくして、各々が異なるドナーからの100μ1の 40 96までの試料を処理することができる。

【0024】本発明は、標準の96ウェルのマイクロタ イタープレートのフォーマットにおいてアルミニウムの 試料ブロックを加熱および冷却して試料を熱的にサイク リングし、その結果、急速なサーマルサイクリング速 度、制御しない変化する周囲温度および他の操作条件、 例えば、電力ラインの電圧および冷却液温度にかかわら ず、きわめてすぐれた試料対試料の均一性が存在する新 規な方法を包含する。

バーからの下降する圧力下に試料ブロックと最良の嵌合 を見いだすために十分な個々の動きの自由度を有すると ともに、サーマルサイクリングのためのDNAを含有す る96までの個々の試料管を収容する、使い捨てプラス チック96ウェルのマイクロタイタープレートのための 新規な構成を包含する。各管の最良の嵌合を可能とする ことによって、試料ブロックの金属と試料管およびマイ クロタイタープレートの構造のプラスチックとの間の熱 的膨張および収縮の速度の差が、使い捨てマイクロタイ 10 ターブレートの構造において、試料管の中心対中心の距 離に関して、試料ブロック中のウェルの相対的中心対中 心の寸法を変化させる場合でさえ、マイクロタイタープ レートの設計は試料ブロック対各試料管の高くかつ均一 な熱伝導性を提供する。

【0026】さらに、本発明は、処理されている試料の 温度を直接測定しないで、これらの温度を連続的に計算 しかつ表示する能力を有した、PCR計器を制御する新 規な方法および装置を包含する。これらの計算された温 度を使用して、試料が各標記インキュベーション温度に 【0022】非常に急速な温度サイクルのPCRプロト 20 ついて所定の温度の許容度のバンド内に保持される時間 を制御する。との制御システムは、また、試料ブロック に熱的に連結した3ゾーンのヒータを制御し、そして試 料ブロック中の方向的に交錯したランプ冷却チャンネル を通して流体の流れをゲート(gate)し、流体の流 れは、試料ブロックを通る冷却液の一定のバイアス冷却 流と組み合ったとき、ユーザが特定する標的温度への急 速な温度変化およびその温度における正確な温度制御を 達成する設備を提供する。3ゾーンのヒータを制御する 方法および装置は、なかでも、3ゾーンのヒータの種々 のゾーンへ供給すべき電気的エネルギーの量を計算する とき、ライン電圧、ブロック温度、冷却液温度および周 囲温度を考慮する。とのヒータは、試料ブロックのへり または「ガードバンド」の下で別々に制御することがで き、とうして試料ブロックのへりへ取り付けられた周辺 装置を通る周囲への過剰の熱損失を補償できるようにす る、ゾーンを有する。これは温度勾配の形成を防止す る。

【0027】さらに、本発明は、試料をそれらの沸点付 近の温度においてインキュベーションするとき、反応混 合物からの溶媒の損失を防止する新規な方法および装置 を包含する。加熱された定盤は試料管の上部をカバー し、そして個々のキャップと接触し、これらのキャップ は各試料管に気密シールを提供する。定盤からの熱は各 試料管およびキャップの上部を凝縮点より上の温度に加 熱するので、試料管内で凝縮および還流は起こらない。 凝縮は比較的大きい熱移動を表す。なぜなら、蒸発熱に 等しい量の熱が水蒸気の凝縮に消費されるからである。 これは、凝縮が均一に起とらない場合、試料対試料の大 きい温度の変動を引き起こすことがある。加熱された定 【0025】また、本発明は、各試料管が加熱されたカ 50 盤は、試料管中の凝縮の発生を防止し、これによりこの 潜在的な温度誤差源を最小にする。加熱された定盤の使 用は、また、試薬の消費を減少する。

【0028】すべての試料管を温度制御した試料ブロッ クの中にしっかりプレスして、各管について均一なブロ ック対管の熱伝導を確立しかつ維持するために必要な、 実験的に決定した最小の下向きの力を越える下向きの力 を各試料管を提供する。熱伝導のこの均一性は、管対管 の長さ、直径、角度または他の寸法の誤差の変動に無関 係に確立され、これらはそうでなければある試料管を他 嵌合させる。

【0029】加熱された定盤は、各キャップのプラスチ ックを軟化するが、キャップの弾性に完全に破壊しな い。とうして、最小の限界の下向きの力を、管対管の管 の高さの差にかかわらず、各管に連続的に加える。とと に記載するPCR計器は、2倍またはそれ以上サイクル 時間を減少し、そしてPCR体積を20uhまで試薬の コストを下げるが、工業規格との適合性を残す。

[0030]

Rを実施するためのコンピュータ制御の計器の1つの実 施態様の主要なシステム成分のブロック線図が示されて いる。増幅すべきDNAまたはRNAを含む試料混合物 を温度プログラム可能な試料プロック12の中に配置 し、そして加熱されたカバー14でカバーする。

【0031】ユーザは、キーボードおよびディスプレイ を含む端末16を経て、所望のPCRプロトコルの時間 および温度のパラメーターを定めるデータを供給する。 キーボードおよびディスプレイはバス18を経て制御コ ンピュータ20(以後中央処理装置またはCPUと呼 ぶ) に連結する。この中央処理装置20は、下に記載す る制御プログラム、所望のPCRプロトコルおよび下に 記載するある種の較正定数を記憶する記憶装置を包含す る。制御プログラムはCPU20が試料プロック12の 温度サイクリングを制御するようにさせそしてユーザの インタフェースを実施し、そしてユーザのインタフェー スはある種のディスプレイをユーザに提供し、そしてユ ーザにより端末16のキーボードを経て入力されたデー タを受けとる。

【0032】好ましい実施態様において、中央処理装置 40 20はカスタム設計される。エレクトロニクスのブロッ ク線図は以下でより詳細に論ずる。他の実施態様におい て、計器の種々のヒータおよび他の電気-機械的システ ムを制御しそして種々のセンサーを読む中央処理装置2 0 および関連する周辺エレクトロニクスは、任意の汎用 コンピュータ、例えば、適当なプログラムによるパーソ ナルコンピュータまたはマイクロコンピュータである。 試料10を試料ブロック12の中に配置されたキャップ 付き使い捨て管の中に貯蔵し、そして加熱されたカバー 1.4 により周囲空気から隔離し、そして加熱されたカバ 50 し、そしてフレオンが膨張する。この膨張プロセスにお

ー14は下に記載するプラスチックの使い捨てトレーと 接触して、試料管が内部に存在する加熱された箱体を形 成する。加熱されたカバーは、なかでも、試料管内の蒸 発、凝縮および還流により、試料混合物を出入りする望 ましくない熱移動を減少する働きをする。それは、ま た、キャップの内側を乾燥に保持し、これにより管から キャップを取ったとき、エアゾールの形成を防止すると とによって、交差汚染の機会を減少する。加熱されたカ バーを試料管のキャップと接触させ、そしてそれらをほ の試料管より対応する試料ウェルの中によりきっちりと 10 ぼ104℃または反応混合物の種々の成分の凝縮点より 上に加熱して保持する。

【0033】中央処理装置20は、加熱されたカバー1 4の温度を感知しそしてその中の電気抵抗ヒータを制御 してカバー14を所定の温度に維持するために、適当な エレクトロニクスを包含する。加熱されたカバー14の 温度の感知およびその中の抵抗ヒータの制御は、温度セ ンサー(図示せず)およびバス22を経て達成される。 【0034】冷却液制御システム24は、冷却された冷 却液、例えば、自動車のアンチフリーズおよび水の混合 【実施例】図1を参照すると、本発明の教示に従いPC 20 物を、試料ブロック12中のバイアス冷却チャンネル (図示せず)を通して、入力管26および出力管28を 経て、連続的に循環させる。冷却液制御システム24 は、また、試料ブロック12中のより高い体積のランプ 冷却流体の流路(図示せず)を通る流体の流れを制御す る。ランプ冷却チャンネルを使用して、試料ブロック1 2を通して大きい体積の冷却された冷却液を比較的高い 流速で送ることによって、試料ブロック12の温度を急 速な変化させる。ランプ冷却冷却液は試料ブロック12 に管30を通して入り、そして管32を通して試料プロ 30 ック12から出る。冷却液制御システムの詳細は図46 に示されている。冷却液制御システムは、制御システム のエレクトロニクスおよびソフトウェアの説明において 以下でより詳細に論ずる。

> 【0035】典型的には、試料ブロック12の冷却に使 用する冷却液は、主として水とエチレングリコールとの 混合物から成る。冷却液は熱交換器34により冷却さ れ、そして熱交換器34は試料ブロック12から熱を抽 出した冷却液を入力管36から受けとる。熱交換器34 は、冷却装置40から入力管38を経て圧縮された液体 のフレオン冷却剤を受けとる。この冷却装置40はコン プレッサー (図示せず)、ファン42 およびフィン管加 熱ラジエーター44を包含する。冷却装置40は、管4 6を経て熱交換器34から受けとったフレオンガスを圧 縮する。気体のフレオンはフィン管凝縮器44において 冷却されそして液体に凝縮される。液体のフレオンの存 在は、絞り弁式毛管47によりフィン管凝縮器中のその 蒸気圧より上に維持される。 この毛管の出力は管38を 経て熱交換器34の入力に連結される。熱交換器におい て、フレオンの圧力はフレオンの蒸気圧より下に低下

いて、熱は熱交換器中を循環する加温された冷却液から吸収され、そしてこの熱はフレオンに移動し、これによりフレオンは沸騰するようになる。次いで、加温されたフレオンは熱交換器から管16を経て抽出され、そして圧縮されそして再びフィン管疑縮器44を通して循環される。ファン42はフィン管疑縮器44を通して矢印48で示すように空気を流して、フレオン中の熱を管46から周囲の空気と交換させる。冷却装置40は30℃において400ワットの熱および10℃において100ワットの熱を冷却液から抽出して、本発明の教示に従い急 10速な温度のサイクルを支持することができる。

13

【0036】好ましい実施態様において、図1の装置はハウジング(図示せず)内に囲まれている。周囲の空気へ追い出された熱48はハウジング内に保持され、冷却された冷却液またはフレオンを1つの場所から他の場所に運ぶ種々の管上に起こる凝縮の蒸発を促進する。凝縮は、装置またはエレクトロニクスの回路の構成において使用した金属の腐食を引き起こすことがあり、したがって除去すべきものである。囲いの内側の熱48は、凝縮の蒸発を促進して腐食を防止する。

【0037】その熱をフレオンと交換した後、冷却液は 熱交換器34を管50を経て出て、冷却液制御システム に再び入り、ここで端末16を経てユーザが入れたデー タにより定められるPCRサイクルの急速な冷却部分の 間、冷却液は必要に応じて試料ブロックへゲートされ る。上記のように、PCRプロトコルは少なくとも2つ の異なる温度およびしばしば3つの異なる温度における インキュベーションを包含する。典型的なPCRサイク ルは図11に示されており、ことで変性インキュベーシ ョン170は94℃付近の温度において実施し、ハイブ リダイゼーションインキュベーション122は室温付近 の温度(25℃~37℃) において実施し、そして伸長 インキュベーション174は50℃付近の温度において 実施する。とれらの温度は十分に異なり、したがって、 すべての試料の反応混合物の温度を1つの温度から他の 温度に急速に動かす手段を準備しなくてはならない。ラ ンプ冷却システムは、試料ブロック12の温度を高い温 度の変性インキュベーションからより低い温度のハイブ リダイゼーションインキュベーションおよび伸長インキ ュベーションの温度に急速に低下させる手段である。典 40 型的には、冷却液の温度は10~20℃の範囲である。 冷却液が20℃であるとき、それは約400ワットの熱 を試料ブロックから送り出すことができる。典型的に は、ランプ冷却チャンネルの寸法、冷却液の温度および 冷却液の流速は、5~6°C/秒のピーク冷却が操作範囲 の高い端(100℃)付近において達成され、かつ2. 5℃/秒の平均の冷却速度が試料ブロックの温度を94 *Cから37 °Cにするとき達成されるようにセットする。 【0038】ランプ冷却システムは、ある実施態様にお

温度にまたはその付近に維持するために使用できる。しかしながら、好ましい実施態様において、標的インキュベーション温度を維持するための下向き試料ブロック12の小さい温度変化はバイアス冷却システムにより実施される。

【0039】図46に示すように、ポンプ41は濾過貯 留槽39(130m7の容量)から1/2インチ管を経て 冷却液を絶えず送り、そしてそれを1/2インチ管を経 て分岐47へ送る。ポンプ41は冷却液をパイプ45に 1~1.3ガロン/分の一定の流速で供給する。分岐4 7において、管45中の流れの部分はパイアス冷却チャ ンネル49を通して一定の流れとして転向する。管45 中の流れの他の部分は、絞り弁51を通して出力管38 に転向する。絞り弁51はこのシステムにおいて十分な 圧力を維持し、こうしてバス54を経るCPU20の制 御下に2状態のソレノイド作動弁55の入力53におい て正の圧力が存在する。ランプ冷却は急速な下向きの温 度変化の実行に望むとき、CPU20はソレノイド作動 弁55を開放し、冷却液をランプ冷却チャンネル57を 20 通して流れさせる。8つのランプ冷却チャンネルが存在 するので、各ランプ冷却チャンネルを通る流量は約1/ 8ガロン/分である。バイアス冷却チャンネルを通る流 量は、その大きく制限された断面積のために、非常に少 ない。

【0040】バイアス冷却システムは、試料ブロック1 2中のバイアス冷却チャンネル49を通して冷却された 冷却液の小さい一定の流れを提供する。これは試料ブロ ック12から一定の小さい熱損失を引き起こし、これは マルチゾーンヒータ156により補償され、マルチゾー ンヒータ156は試料ブロックの温度を安定した値に維 持すべきインキュベーションセグメントのために試料ブ ロック12に熱的に連結されている。バイアス冷却の流 れにより引き起とされる一定の小さい熱損失は、小さい 温度のための温度の上下の比例的制御を制御システムに 実行させる。これが意味するように、両者の加熱および 冷却を制御された予測可能な小さい速度で温度サーボシ ステムは利用して、ブロック温度の誤差を補正してブロ ック温度が信頼性をもって、ユーザが入れたPCR温度 のプロフィルをたどるようにする。別法はフィルムヒー タへの電力をカットオフし、そしてブロック温度が高す ぎたとき、試料ブロックが熱を放射および対流により周 囲に放出するようにさせることである。これは、定量的 PCRサイクリングのための厳密な温度制御の規格を満 足するためには遅すぎそして予測不可能である。

 御の間、温度誤差を上方に補正する手段である。

【0042】他の実施態様において、バイアス冷却は排 除するか、あるいは他の手段、例えば、試料ブロックの 金属の中に形成された冷却ファンまたは冷却フィン、ペ ルチエ接合または絶えず循環する水道水により供給する ととができる。しかしながら、これらの他の実施態様に おいて、温度勾配が試料ブロックの中につくられないよ うに注意しなくてはならない。温度勾配はある試料の温 度を他の試料の温度からそらせ、これによりある試料に おけるPCR増幅の結果を他の試料のそれと異ならせ る。好ましい実施態様において、バイアス冷却はブロッ ク温度と冷却液温度との間の差に比例する。

【0043】CPU20は、図1において試料ブロック 12の金属の温度を温度センサー21および52を経て 感知することによって、冷却液制御システムにおいて循 環冷却液の温度をバス54 および温度センサーを経て感 知することによって、試料ブロック12の温度を制御す る。冷却液のための温度センサーは図46において61 に示されている。CPUは、また、図1においてシステ 度センサー56により感知する。さらに、CPU20は ライン58上の入力電力のためのライン電圧を感知63 を経て感知する。データのすべてのこれらの項目は、所 望のPCRプロトコル、例えば、インキュベーションの ための標的の温度および時間を定めるユーザが入れたデ ータの項目と一緒に、より詳細に後述する制御プログラ ムにより使用される。この制御プログラムは、マルチゾ ーン試料ブロックフィルムヒータ156の種々のゾーン ヘバス52を経て加える電力の量を計算し、そして冷却 液制御システム24においてソレノイド作動弁55を開 30 閉する冷却液制御信号をバス54を経て発生して、試料 ブロックの温度がユーザが入れたデータにより定められ るPCRブロトコルに従うようにさせる。

【0044】図2を参照すると、試料ブロック12の上 面図が存在する。試料ブロック12の目的は、薄い壁の 試料管の列のための機械的支持および熱交換要素を提供 することであり、ここで各試料管中の試料の液体と試料 ブロック12の中に形成されたバイアス冷却チャンネル およびバイアス冷却チャンネルの中を流れる冷却液との 間で熱が交換される。試料ウェルの種々のものの間で大 40 きい温度勾配をつくらないでとの熱交換機能を提供し、 とうして列中のすべての試料混合物が、空間的に分離さ れていてさえ、同一PCRサイクルを経験するようにさ せるのは、試料ブロック12の機能である。 ここに記載 するPCR計器の全体の目的は、複数の試料について試 料液体の温度を非常に厳密に制御し、こうしていずれの 試料液体の温度も他の試料ウェル中のいずれの他の試料 液体の温度とPCRサイクルのいずれの点においても感 知しうるほど(ほぼ±0.5℃)変化しないようにする ことである。

【0045】「定量的」PCRと呼ばれるPCR技術の 出現するブランチが存在する。との技術において、との

目的は標的DNAの量をサイクル毎に正確に2倍にする ことによってPCR増幅を出来るだけ正確に実施するこ とである。サイクル毎の正確な2倍は達成が困難である

16

か、あるいは不可能であるが、厳密な温度制御は役に立 つ。

【0046】多数の誤差源が存在し、これらのために、 PCRサイクルはサイクルの間の標的DNA(以後DN 10 AはまたRNAを呼ぶと理解すべきである)の量を正確 に2倍にすることができないことがある。例えば、ある PCR増幅において、このプロセスは標的DNAの単一 の細胞を使用して開始する。この単一の細胞が試料管の 壁に粘着しそして最初の数サイクルにおいて増幅すると

き、容易に起こりうる誤差は生ずる。

【0047】誤差の他の型は、「外来」標的DNAを攻 撃する外来ヌクレアーゼが反応混合物の中に入ることで ある。すべての細胞は、細胞中で解放される外来DNA を攻撃する非特異的ヌクレアーゼを有する。これが起こ ムのハウジング内の内部の周囲空気の温度を周囲空気温 20 るとき、それは複製プロセスを妨害するか、あるいは停 止させる。こうして、1滴の唾液またはふけの粒子また は他の試料混合物からの物質が試料混合物の中に偶発的 に入る場合、これらの細胞中のヌクレアーゼ物質標的D NAを攻撃しそして増幅プロセスにおいて誤差を生ず る。すべてのこのような交差汚染源を排除することは高 度に望ましい。

> 【0048】他の誤差源は、異なる試料の多重性の種々 のものの間のように、試料混合物の温度の制御が不正確 さである。例えば、すべての試料が伸長インキュベーシ ョンのために適切なアニーリング温度(通常50~60 ℃の範囲のユーザが選択した温度)を有するように正確 に制御されない場合、DNAのある種の形態は適切に伸 長されないであろう。これが起こる理由は、温度が低す ぎる場合、伸長プロセスにおいて使用するプライマーが 誤ったDNAにアニーリングすることである。アニーリ ング温度が高すぎる場合、プライマーは標的DNAにま ったくアニーリングしないであろう。

【0049】PCR増幅が診断試験、例えば、HIV抗 体、肝炎、または遺伝病、例えば、鎌状赤血球貧血など の存在についての診断試験の一部分であるとき、PCR 増幅プロセスの実施の結果を不正確に容易に想像すると とができる。このような診断試験における誤った陽性ま たは誤った陰性の結果は、不幸をもたらす人為的または 法律的結果を有することがある。したがって、ここに記 載するPCR計器の設計の目的は、とれらの起とりうる 誤差源、例えば、交差汚染または劣った温度制御の出来 るだけ多くを排除すると同時に、工業的に標準の96ウ ェルのマイクロタイターブレートのフォーマットと適合 する計器を提供することである。この計器は柔軟な方法 50 で簡単なユーザのインタフェースを使用してPCRを急 速に実施しなくてはならない。

【0050】好ましい実施態様において、試料ブロック 12は比較的純粋であるが、腐食抵抗性のアルミニウ ム、例えば、6061アルミニウム合金から機械加工す る。アルミニウムの充実ブロックからブロック構造を機 械加工すると、熱的により均質な構造が生ずる。鋳造し たアルミニウム構造体は、非常に厳密な所望の温度制御 の規格を満足するために必要なほど、熱的に均質である 傾向はない。

【0051】試料ブロック12は、このブロックの熱的 10 質量は低く保持されているので、急速な温度変化を行う ことができる。これは多数の冷却通路、試料ウェル、み ぞおよび他のねじ孔または非ねじ孔をブロックの中に形 成することによって実施される。これらの孔のいくつか を使用して、ブロックを支持体に取り付けそして外部の 装置、例えば、マニホールドおよびこぼれトレーを取り 付ける。

【0052】試料ブロックの構造の「ハニカム」性質を 最もよく理解するために、ブロックを平面図で示す図2 ならびに試料ブロックの正面図および断面図を示す図3 ~図8を同時に参照する。例えば、図3は図2の線3-3′の視点から取った冷却チャンネルの位置を示す正面 図である。反対側から見た、試料ブロック12の溶媒は 同一である。図4は図2の線4-4′の斜視からの試料 ブロック12のへりの正面図である。図5は図2の線5 -5′の斜視からの試料ブロック12のへりの正面図で ある。図6は図2の線6-6′に沿って取った試料プロ ック12の断面図である。図7は図2の線7-7′に沿 って取った試料ブロック12の断面図である。図8は図 図である。

【0053】試料ブロック12の上部表面は、円錐形試 料ウェルの8×12列が孔開けされており、66および 68のウェルは典型的である。各試料ウェルの円錐形の 形状は図8に最もよく示されている。各試料ウェルのウ ェルは17°の角度で孔開けされていて、各試料管の円 錐形区画の角度と合致している。とれは図8において直 径D. を有するパイロット孔を孔開けすることによって 実施される。次いで、17°のカウンターシンクを使用 して円錐形壁67を形成する。

【0054】各試料ウェルの底は、試料管の先端の浸透 深さを越える深さを有する溜70を含む。溜70はパイ ロット孔によりつくられ、そして試料管が対応する試料 ウェルの中に配置されるとき、試料管より下に小さい開 いた空間を提供する。この溜は、試料ウェルの壁への各 試料管の緊密な嵌合を妨害せずに、液体、例えば、ウェ ル壁上に形成する凝縮物が存在するための空間を提供す る。との緊密な嵌合は、ウェル壁から試料液体への熱伝 導性を各試料管について均一かつ高くすることを保証す る。1つの管についてゆるい嵌合を引き起とすウェル中 50 料ブロック12の底表面110に出来るだけ近く存在す

の汚染は、列を横切る熱伝導性のとの均一性を破壊する であろう。すなわち、試料ウェル中の試料管の配置に関 係する圧力で液体は実質的に圧縮されないので、溜70 が存在しない場合、試料ウェルの底中の液体の存在はそ の試料ウェル中の試料管の完全な配置を妨害することが ある。さらに、溜70はある空間を提供し、この空間に おいて、溜70の中に存在する液体の気相は高い温度の インキュベーションの間に膨張し、こうして溜70が存 在しない場合存在であろうとのような膨張の大きい力が 試料管に加えられて試料ウェルとの同一高さの接触から

管は押して分離されることはない。

18

【0055】実験において、各試料管はその対応する試 料ウェルと同一高さで接触することが重要であること、 そしてある最小の限界の力を各試料管に加えて、試料ウ ェルの壁と反応混合物との間の熱伝導性を列を通じて均 一に保持されるととが発見された。との最小の限界の配 置力は、図15に力のベクトルFとして示されており、 そして1つの試料管の壁を通る熱伝導性がブロック中の どこかに位置する他の試料管を通る熱伝導性と異なるの 20 を防止するための、主要な因子である。最小の限界の配 置力Fは30gであり、そして好ましい力のレベルは5 0~100gである。

【0056】試料ウェルの列は、図2、図6および図8 において最もよく見られるように、2 つの機能を有する みぞ78により実質的に完全に取り囲まれている。主な 機能は試料ブロックの中央区域からブロックのへりへの 熱伝導性を減少することである。みぞ78は試料ブロッ クの厚さを約2/3通して延びる。このみぞは、支持ピ ン、マニホールドなどのブロックへの必要な機械的接続 2の線8-8 $^{\prime}$ に沿って取った試料ブロック 12 の断面 30 により引き起こされる、回避不可能な熱勾配の作用を最 小とする。第2機能は熱的質量を試料ブロック12から 除去して、試料ブロック12の温度をより急速に変更 し、そして「ガードバンド」と呼ぶへり領域におけるウ ェルの列をシミュレーションすることである。図2にお ける点80 および82の間のみぞ78の部分により除去 される金属の量は、8つの試料ウェル83~90の隣接 する列により除去される金属の量に実質的に等しいよう に設計される。との目的は、ガードバンドの熱的質量を 隣接する「局所的ゾーン」、下により完全に説明する用 語、の熱的質量に合致させることである。

> 【0057】図3、図6および図8をとくに参照する と、試料ブロック12の金属の中に形成された、種々の バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルの 数および相対的位置が示されている。9つのバイアス冷 却チャンネル91~99が存在する。同様に、8つのラ ンプ冷却チャンネル100~107が存在する。これら のバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネル の各々は試料ブロックのアルミニウムを通してガン孔開 けされる。ガン孔開け法はよく知られており、そして試

る長い非常に真っすぐな孔を開ける能力を提供する。ガ ン孔開け法は真っすぐな孔を開けるので、この方法はバ イアス冷却チャンネルまたはランプ冷却チャンネルが、 孔開けの間にそれることおよび試料ブロックの底表面 1 10を貫くことを防止するか、あるいは他の冷却チャン ネルに対する相対的位置の変動を防止する。とのような 誤った位置は、局所的ゾーンの「局所的バランス」また は「局所的対称性」を覆すことによって、望ましくない 温度勾配を引き起こすことがある。これらの概念は以下 で説明するが、それらを実行する概念および構造は、異 10 る。 なる試料ウェルの間のように過度の温度誤差をつくらな いで、96までの試料の急速な温度サイクリングを達成 するために重要であることを理解すべきである。

19

【0058】バイアス冷却チャンネル91~99は、好 ましい実施態様においてシリコーンゴムでライニングし て、バイアス冷却チャンネルの壁を横切る熱伝導を減少 する。バイアス冷却チャンネル中の壁を横切る熱伝導を 低下して、マルチゾーンヒータ156をオフにしそして 試料ブロック12からの熱損失が主としてバイアス冷却 チャンネルを通るとき、試料ブロック12の急速過ぎる 20 シンクを表すマニホールドとの間の熱伝導を制限する。 温度変化を防止することは好ましい。これは、試料ブロ ックの温度が所望の標的インキュベーション温度よりわ ずかにずれ、そして制御システムが試料ブロックの温度 をユーザが特定したインキュベーション温度に下げて戻 すとき、制御プロセスが実施される間の場合である。と の場合における冷却速度が速すぎると、制御システムの サーボフィードバックループが応答することができる前 に、所望のインキュベーションのオーバーシュートを引 き起こすことがあるが、「制御されたオーバーシュー ト」は下に記載するように使用されるであろう。ブロッ ク温度のサーボフィードバックループは刺激に対する反 応について時間定数を有するので、加熱および冷却の量 および試料ブロックの生ずる温度変化速度を制御し、と うして制御システムが温度誤差に対して応答できるより 速い速度で、試料ブロックの温度を変化させないことに よって、オーバーシュートを最小にすることが望まし

【0059】好ましい実施態様において、バイアス冷却 チャンネルは直径4mmであり、そしてシリコーンゴムの 管は1mmの内径および1.5mmの壁厚さを有する。これ 40 は、ブロックが操作範囲の高い端、すなわち、約100 °Cであるとき、ほぼ0.2°C/秒のバイアス冷却速度を 与え、そして試料ブロック12が操作範囲の下端の温度 であるとき、ほぼ0.1℃/秒のバイアス冷却速度を与 える。図1における冷却液制御システム24は、バイア ス冷却チャンネルにおいて、ランプ冷却チャンネル10 0~107を通る冷却液の流速のほぼ1/20~1/3 0倍の冷却液の流速を生ずる。バイアス冷却チャンネル およびランプ冷却チャンネルは同一大きさ、すなわち、

全に延びている。

【0060】バイアス冷却チャンネルは、その端にフッ クをもつ剛性なワイヤをバイアス冷却チャンネルの中に 挿入しそしてそれを4mよりわずかに大きい外径を有す るシリコーンゴム管の端の孔を通してフッキングすると とによってライニングされる。次いで、ワイヤ中のフッ キングをシリコーンゴム管中の孔を通して配置し、そし てシリコーンゴム管をバイアス冷却チャンネルを通して 引き、そして試料ブロック12の端表面と同一平面に切

【0061】ねじ孔108~114を使用して、冷却液 のマニホールドを試料ブロック12の各側にボルト止め する。ブロックの各端にボルト止めされた冷却液のマニ ホールドが存在する。これらの2つのマニホールドを図 1において冷却チャンネル26,28,30および31 に連結され、そしてマニホールドと試料ブロックの金属 との間に介在するガスケット材料(図示せず)により試 料ブロック12に添付されている。このガスケットは冷 却液の漏れを防止し、そして試料プロック12とヒート 前述の目的を実行する任意のガスケット材料は本発明の 実施のために十分である。

【0062】みぞ78の位置に対するバイアス冷却チャ ンネルおよびランプ冷却チャンネルの位置は、図6の断 面図において最もよく見られる。試料ウェルの位置に対 するバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネ ルの位置は、図8の断面図において最もよく見られる。 バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネル は、一般に、試料ウェルの先端の位置の間に介在する。 30 さらに、図8から明らかなように、バイアス冷却チャン ネルおよびランプ冷却チャンネル、例えば、チャンネル 106および97は、1または2以上の試料ウェルの壁 の危険な浸透なしに、ポジティブの乙方向に非常に遠く 動くことができない。同様に、冷却チャンネルは、試料 ブロック12の底表面116を浸透する可能性をつくら ないで、ネガティブのz方向に非常に遠く動くことがで きない。明瞭のため、バイアス冷却チャンネルおよびラ ンプ冷却チャンネルの位置は、試料ウェルおよび他の構 造の位置に関して、図2に隠れた線で示されていない。 しかしながら、試料ウェルのすべてのカラムの間にバイ アス冷却チャンネルまたはランプ冷却チャンネルが存在

【0063】図2を参照すると、孔118,119,1 20および121にねじ山を形成し、そしてそれらの孔 を使用して、試料ブロック12の中に形成する種々の孔 およびみぞを機械加工するために使用する機械に試料ブ ロック12を取り付ける。図2、図4および図5におい て、孔124、125、126および127を使用し て、下にさらに詳細に記載する図9に示す支持ブラケッ 4mmの直径であり、そして試料ブロック12を通して完 50 トに試料ブロック12を取り付ける。はがねのボルトは

この支持ブラケットを通してねじ孔124~127の中 に延びて、試料ブロック12の機械的支持を提供する。 これらのはがねのボルトは、また、ヒートシンクまたは 熱源を表し、これらは熱的質量を試料ブロック12に添 加し、そして試料ブロック12と取り囲む環境との間の 熱的エネルギーの移動のための追加の通路を提供する。 これらの支持ピンおよびマニホールドは、これらの周辺 構造体に対して前後して移動する熱的エネルギーがこれ らの試料の温度に影響を与えるのを防止するためのガー ドバンドのための必要性をつくるとき、2つの重要な因 10 子である。

【0064】図5を参照すると、孔128、130およ び132は集積回路の温度センサー(図示せず)のため の取り付け孔であり、この温度センサーは孔128を通 して試料ブロックの中に挿入され、そしてねじ孔130 および132へ締結されるボルトによりそれに固定され る。孔128の浸透程度およびみぞ78および試料ウェ ルの隣接する列の相対的位置は、図2に最もよく示され

ピルカラー147を取り付けるために使用する取り付け 孔である(図示せず)。このスピルカラー147は図1 9に示されており、図19は加熱された定盤14、すべ りカバー316およびレッドスクリューアセンブリ31 2の構造を詳細に示す。スピルカラーの目的は、試料管 からとぼれた液体が腐食を引き起とす絶縁のケーシング の内側に入るのを防止することである。

【0066】図9を参照すると、試料ブロック12のた めの支持システムおよびマルチゾーンヒータ156の形 ボルトにより支持され、それらのうちのボルト146は 典型的である。これらの4つのボルトははがね支持ブラ ケット148の直立部材を通過する。2つの大きいコイ ルばね150および152は、支持ブラケット148の 水平部分とはがね圧力板154との間で圧縮されてい る。ばね150および152は、試料ブロック12の底 にフィルムヒータ156を圧縮するボジティブ2作用方 向にほぼ300ポンド/平方インチを供給するために十 分に圧縮されている。との3層のフィルムヒータは、マ ルチゾーンフィルムヒータ156、シリコーンゴムのパ 40 ッド158およびエポキシ樹脂フォームの層160から 構成されている。好ましい実施態様において、フィルム ヒータ156は3つの別々の制御可能なゾーンを有す る。フィルムヒータの目的は、図1においてCPU20 の制御下に試料ブロック12に熱を供給することであ る。シリコーンゴムのパッドの目的は、フィルムヒータ 層156から下の構造体への熱伝導を低下することであ る。これらの下の構造体はヒートシンクおよび熱源とし て働き、それらの間で望ましくない熱エネルギーを試料 ブロック12から出入りさせることができる。シリコー 50 へ加えられる各ハーフサイクルの部分を、各ゾーンにつ

ンゴムのパッド158は、いくつかのフィルムヒータは ニクロム線を有しそして完全に平らであることができる ので、フィルムヒータ156中の表面の不規則性を補償 するという追加の機能を有する。

22

【0067】はがね板154およびエポキシ樹脂フォー ム160の目的は、ばね150および152からの力を シリコーンゴムのパッド158およびマルチゾーンのフ ィルムヒータ156に伝えて、フィルムヒータを出来る だけ同一平面の嵌合で試料ブロックの底表面に圧縮する ととである。エポキシ樹脂フォームは剛性であって、ば ねの力の下に破壊しないが、すぐれた絶縁体でありそし て低い熱的質量を有する、すなわち、密でない構造であ るべきである。1つの実施態様において、フォーム16 0は商標ECKOフォームで製造されている。他の実施 態様において、他の構造体をシリコーンゴム層158お よび/またはエポキシ樹脂フォーム層160の代わりに 使用することができる。例えば、剛性のハネカム構造 体、例えば、航空機の構成に使用する構造体を圧力板1 54とフィルムヒータ156との間にそれらの間に絶縁 【0065】図2を参照すると、孔134~143はス 20 層を配置させて配置することができる。層158および 160のためにどんな構造体を使用しても、構造体は試 料ブロック12が加熱されている間にそのブロックから 実質的な量の熱を吸収してはならず、そして試料ブロッ ク12が冷却されている間に、そのブロックに実質的な 量を移動させてはならない。しかしながら、その取り囲 む構造体からのブロックの完全な隔離は事実上不可能で ある。試料ブロック12と接触して、試料ブロックをそ の環境から出来るだけ多く隔離して、そのブロックの熱 的質量を最小しかつ試料ブロックおよびその中に貯蔵さ 状の断面図が示されている。試料ブロック12は4つの 30 れた試料混合物の急速な温度変化を可能とする、別の構 造体を設計するための努力をすべきである。

【0068】試料ブロックの温度の正確な制御は、図9 におけるマルチゾーンフィルムヒータ156により試料 ブロックへ供給される熱の量を制御することによって、 図1においてCPU20により達成される。フィルムヒ ータはパルス幅の変調の変更された形を使用して推進さ れる。第1に、電力ラインからの120ボルトの波形を 整流して、同一極性のハーフサイクルのみを保存する。 次いで、各ハーフサイクルの部分をフィルムヒータの適 当なゾーンにゲートし、フィルムヒータの種々のゾーン へ加えられる各ハーフサイクルの百分率はCPU20に より制御される。

【0069】図10はフィルムヒータ156についての 電力制御の概念の1つの実施態様を示す。図10は供給 ライン電圧の電圧波形の線図である。ネガティブハーフ サイクル162を排除する整流が起こる。ポジティブハ ーフサイクルのみが残り、そのハーフサイクル164は 典型的である。次いで、CPU20およびその関連する 周辺電子回路は、フィルムヒータ156の種々のゾーン いて下に記載する方程式に基づいて各ゾーンについて計 算した電力レベルに従い、加える各ハーフサイクルの部 分を選択することによって制御する。すなわち、分割線 166は時間軸に沿って前後に動いて、各ゾーンについ て特別の方程式において関係づけられる因子の数に基づ いて、フィルムヒータへの電力の量を制御する。ポジテ ィブのハーフサイクル164の下の斜線区域は、分割線 166の示した位置についてフィルムヒータ156へ加 えられた量を表す。分割線166が右に動くとき、より 多くの電力がフィルムヒータへ加えられ、そして試料ブ 10 ロック12はより熱くなる。分割線が時間軸に沿って左 に動くとき、斜線区域はより小さくなり、そしてより少 ない電力がフィルムヒータに加えられる。CPU20お よびその関連するソフトウェアおよび周辺回路がブロッ ク12の温度を制御する方法を、より詳細に下に記載す

【0070】フィルムヒータへ供給される電力の量は、 0から600ワットに連続的変化することができる。他 の実施態様において、フィルムヒータ156へ供給され を通る電流またはそれに加えられる電圧等のコンピュー タ制御を使用して、あるいは下に記載する交差スイッチ 機構により制御することができる。

【0071】他の実施態様において、試料ブロック12 の加熱制御は、試料ブロック12の金属を通して形成さ れる加熱制御チャンネルを通してゲートされる、熱い気 体または液体の流速および/または温度について実施す ることができる。もちろん、このような他の実施態様に おいて、ブロック中の試料ウェルの数を減少しなくては ならないであろう。なぜなら、図2~図8に示す試料ブ 30 ロック12中の追加の加熱チャンネルのための余地が存 在しないからである。このような他の実施態様は、例え ば、すべての他のウェルを除去して試料ブロック中の加 熱チャンネルのための余地をつくる場合、96ウェルの マイクロタイタープレートのフォーマットと適合性であ ることができる。これは適合性をこのようなマイクロタ イタープレートの寸法に関してのみ提供し、そして96 の異なる試料の同時の処理に関して提供しない。とれら の他の実施態様において局所的バランスおよび局所的対 称性を保存するために注意しなくてはならない。

【0072】ととに記載する実施態様において、フィル ムヒータを経てブロックに供給できる最大の電力は11 00ワットである。この制限はブロック/ヒータのイン タフェースの熱伝導性から生ずる。実験において、フィ ルムヒータ156へのほぼ1100ワットより多い供給 は装置の自己破壊をしばしば引き起こすことが発見され

【0073】ブロック温度を標的のインキュベーション 温度またはその付近への加熱または冷却のための典型的 な電力は、±50ワットの範囲内である。図11を参照 50 度勾配を最小とするために、ランプ冷却チャンネルは方

24

すると、典型的なPCRプロトコルの時間対温度のプロ ットが示されている。ブロック温度の大きい下向きの変 化は、冷却された冷却液をランプ冷却チャンネルを通し てゲートすると同時に図1において温度センサー21に より試料ブロックの温度をモニターすることによって達 成される。典型的には、これらの下向きの温度変化は、 ランプの間に変性インキュベーション170後ハイブリ ダイゼーションインキュベーション172の温度に対し て実施される。典型的には、ユーザは、ランプのレグお よびインキュベーションのレグの間の円形の交差により 記号化されたチェックポイントの温度/時間の平面上の 位置をCPU20に対して記載するために、1つの方法 または他の方法において、温度および時間を定めること によってプロトコルを特定しなくてはならない。一般 に、インキュベーションのレグは参照数字170,17 2および174でマークし、そしてランプは参照番号1 76、178および180でマークする。一般に、イン キュベーションの間隔は単一の温度において実施される が、別の実施態様において、それらは含まれるPCRサ る電力の量は、他の機構、例えば、DCフィルムヒータ 20 イクルの特定の部分を実施するために許容されうる温度 範囲内の異なる温度に対して、段階的であるか、あるい は連続的に勾配をなすことができる。すなわち、変性イ ンキュベーション170は図11に示すように1つの温 度において実施する必要はないが、変性のために許容さ れうる温度範囲内の複数の異なる温度のいずれにおいて も実施することができる。ある実施態様において、ユー ザはランプセグメント176、178および180の長 さを特定することができる。他の実施態様において、ユ ーザは各インキュベーション間隔の1または2以上の温 度および期間のみを特定することができ、次いで計器は 1つのインキュベーションの完結および他のインキュベ ーションの開始のときインキュベーション時間の間に出 来るだけ急速に試料ブロックの温度を動かす。好ましい 実施態様において、ユーザは、また、各サイクルするた めの異なるか、あるいはすべてのサイクルについて自動 的に増加する温度および/またはインキュベーション時 間を有することができる。

【0074】95℃の変性インキュベーションから35 ℃のハイブリダイゼーションインキュベーションへの転 40 移の間のランプ冷却の平均電力は、典型的には1キロワ ットより大きい。これは、ブロック温度が操作範囲の高 い端にあるとき、ほぼ4~6℃/秒、そしてブロック温 度が操作範囲の低い端であるとき、ほぼ2℃/秒の試料 ブロックの温度変化を生ずる。一般に、ランプ冷却のた めに出来るだけ高い冷却速度を有することが望ましい。 【0075】ランプ冷却の間に試料ブロックから非常に 多くの熱が除去されるので、ランプ冷却チャンネルの1 つの端から他の端への試料ブロックを横切る温度勾配が 発生することがある。これを防止しかつこれらの型の温 向的に交錯している。すなわち、図3において、ランプ 冷却チャンネル100、102、104および106を 通る冷却液の流れの方向は、これらのランプ冷却チャン ネルの孔の内側においてxで記号化されたページの中に 入る。交錯するランプ冷却チャンネル101、103、 105および107中のランプ冷却の液体の流れは、と れらのランプ冷却チャンネルの孔の中心における単一の 点により記号化されたページの中から外に出る。ランプ 冷却チャンネルを通るとの交錯+高い流速は、そうでな ければ非交錯の流れのパターンまたはより低い流速を使 10 用して起こることがある温度勾配を最小にする。なぜな ら、チャンネルの熱い端と冷たい端との間の距離はより 小さくなるからである。より遅い流速は移動の最初のイ ンチなどにおけるブロックから取られる熱の大部分また はすべてを生じ、これはブロックの入力側はブロックの 出力側より低い温度であるであろうことを意味する。高 い流速はチャンネルに沿った温度勾配を最小にする。交 錯は1つの方向に走るチャンネルの熱い端がチャンネル の冷たい端の間で「サンドイッチ」にされ、ことで流れ が反対方向であることを意味する。これはチャンネルの 20 K = 通路を通る熱伝導性、である。 長さより小さい距離である。とうして、温度勾配を排除 するために熱が移動しなくてはならない距離が減少する ので、温度勾配は減少される。とれは、ランプチャンネ ルがある試料を異なって加熱するが、他の試料をそのよ ろに加熱しない時間を有する前に急速に排除しなくては ならないランプチャンネル中の冷却のために、形成する 温度勾配を引き起こす。交錯しないと、試料ブロックの 1つの側は他の側よりほぼ1℃熱いであろう。交錯は、 ほぼ15秒より小さい時間を生ずる温度勾配を消散す

【0076】ブロックに添加またはそれから除去される 熱の量を推定するために、CPU20は図1における温 度センサー21を使用してブロック温度を測定し、そし て図1におけるバス54に連結された図46における温 度センサー61により冷却液の温度を測定する。周囲空 気の温度は、また、図1における温度センサー56によ り測定し、そしてバス52上でフィルムヒータに加えら れる電力を制御する電力ラインは、また、測定される。 試料ブロックから周囲へのおよび試料ブロックから冷却 液への熱伝導は、システムの制御パラメータをセットす 40 るためにインキュベーションプロセスの間になした測定 の結果、CPU20へ知らされる。

【0077】試料の集団のすぐれた温度の均一性のため に、ブロックは、一定温度において、正味の出入りする 熱の流れをもつことができない。しかしながら、温度勾 配は試料ブロック内で起こることがあり、熱いスポット からブロックの境界関係してゼロの正味の熱移動を有す る冷たいスポットへの熱の局所的流れから生ずる。例え は、1つの端で加熱されそして他の端において冷却され る材料のスラブは、ブロックの中への熱の流れがゼロで 50 の大きさの2倍である勾配を試料ブロックを横切って引

ある場合、一定の平均温度にある。しかしながら、との 場合において、有意の温度の不均一性、すなわち、温度 勾配は、熱いへりから冷たいへりへの次のために、スラ ブ内で確立されるととがある。ブロックのへりの加熱お よび冷却が停止されるとき、熱いへりから冷たいへりへ の熱の流れはとの温度勾配を究極的に消散し、そしてブ ロックは熱の流れの開始のときの熱い温度と冷たい温度 との間の平均である均一な温度に全体を通じて到達す

26

【0078】長さLの断面区域Aのスラブは均一な熱伝 導性を有しそして、熱源から熱の入る束Q,,はヒートシ ンクへの熱の出る流れQ。u、と合致するので、スラブが 一定の平均温度に保持される場合、熱の流れから生ずる 定常状態の温度は、次の通りである:

(1) \mathcal{F} \mathcal{F} ととで、

デルタT=温度勾配、

L=熱的通路の長さ、

A = 熱的通路の面積、

【0079】一般に、均一な熱伝導性の物質内で、温度 勾配は熱の流れ/単位面積に比例して確立される。とう して、熱の流れおよび温度の不均一性は緊密に連結され る。実際には、出入りする熱の流れが存在させないで試 料ブロックの温度を制御することは不可能である。冷た いバイアス制御の冷却は、ブロック温度を安定な値に維 持するためにバイアス冷却チャンネルを通して流れる冷 却液により除去される熱をバランスさせるために、スト リップヒータからの多少の熱の流入を必要とする。これ 30 らの条件下に均一な試料ブロックの温度に対して重要な ことは、熱源とヒートシンクの「局所的バランス」およ び「局所的対称性」を静力学的にかつ動力学的に有し、 そして熱いスポットから冷たいスポットへの熱の流れが 短い距離にわたって起こるように配置された、形状寸法

【0080】簡単に述べると、「静止の局所的バラン ス」の概念は、合計の熱入力が合計の熱出力に等しい一 定温度のブロックにおいて、明確な局所的領域内で、す べでの熱源がヒートシンクによりブロックを出入りする 熱の流れで完全にバランスされるように熱源およびヒー トシンクが配置されていることを意味する。したがっ て、各局所的領域は、隔離されると、一定温度に維持さ れるであろう。

【0081】「静止の局所的対称性」の概念は、局所的 領域内で一定温度について、熱源の質量中心がヒートシ ンクの質量中心と一致することを意味する。そうでない 場合、各局所的領域内で、各局所的領域を横切る温度勾 配は存在することができ、これは隣接する局所的領域に おける温度勾配を添加し、これにより単一の局所的領域 き起こす。なぜなら、各局所的領域内の局所的バランス を通してさえ局所的対称性の欠如が存在するからであ る。局所的バランスおよび局所的対称性の概念は、試料 ブロックの温度が、例えば、インキュベーション間隔の 間に、一定レベルに維持されている、静止の温度バラン スの達成に対して重要である。

【0082】試料ブロック中の急速な温度変化が起とっ ている動力学的場合について、各局所的領域の熱的質量 または容量は重要になる。なぜなら、各局所的領域にそ の温度を変化するために流入しなくてはならない熱の量 10 はその領域の熱的質量に比例するからである。したがっ て、静止の局所的バランスの概念は、局所的領域が合計 の熱源およびヒートシンクのx%を含む場合、それはま た「動力学的局所的バランス」が存在するために熱的質 量のx%を含まなくてはならないことを必要とすること によって、動力学的場合に拡張することができる。同様 に、「動力学的局所的対称性」は、熱容量の質量中心が 動力学的熱源およびヒートシンクの質量中心と一致する **ととを必要とする。簡単な用語でこれが意味すること** 各局所的ゾーン内の金属の合計の質量が同一であるよう に、試料ブロックの機械加工が対称であるかつバランス されることである。さらに、各局所的ゾーンにおける金 属の質量中心は動力学的熱源およびヒートシンクの質量 中心と一致すべきである。とうして、マルチゾーンヒー タの質量中心、すなわち、その幾何学的中心、およびラ ンプ冷却チャンネルの幾何学的中心は一致しなくてはな らない。図2~図9の研究から、静力学的および動力学 的の局所的バランスおよび局所的対称性の両者が試料ブ ロック12の中に存在することは、後述の説明から理解 30 されるであろう。

【0083】図12は、本発明の教示に従う試料ブロッ ク12の設計のための並列する2つの局所的領域を示 す。図12において、2つの局所的領域200および2 02の境界はダッシュ線204,206および208で マークされている。図12は、ガードバンドの中に存在 しない各局所的領域が、次の構成成分から構成されてい ることを示す。すなわち、試料ウェルの2つの列;ヒー タの合計の面積の1/8倍であるフォイルヒータ156 の部分:1つのランプ冷却チャンネル、例えば、ランプ 40 冷却チャンネル210および212;および、1つのバ イアス冷却チャンネルである。局所的対称性を保存する ために、各局所的領域はそのランプ冷却チャンネル上に 中心が存在し、そして各境界においてパイアス冷却チャ ンネル上で1/2を有する。例えば、局所的領域200 はランプ冷却チャンネル210の上に中心を有し、そし てバイアス冷却チャンネル214および216は、それ ぞれ、局所的領域の境界204および206により切ら れている。とうして、ランブ冷却チャンネルの質量中心 (その中心)は、バイアス冷却チャンネルの質量中心

28

(局所的領域の中心) および各局所的領域に連結するフ ィルムヒータ部分の質量中心と一致する。CPU20が フィルムヒータ156を推進して、ランプ冷却チャンネ ルおよびパイアス冷却チャンネルにより除去されている 熱エネルギーの量に等しい熱エネルギーの量を入力する とき、静力学的局所的バランスは存在するであろう。9 6の試料混合物が存在するブロックの中心部分の各局所 的領域は、全体の試料ブロックの合計の熱的質量のほぼ 1/8を含有し、ランプ冷却チャンネルの合計の数の1 /8を含有しそしてバイアス冷却チャンネルの合計の数 の1/8を含有するので、各局所的領域について動力学 的局所的バランスが存在する。各局所的領域の金属の質 重中心は、水平的に、局所的領域の下に横たわるフィル ムヒータ部分の中心; ランプ冷却チャンネルの中心: お よび、2つの半分のバイアス冷却チャンネルの質量中 心;と一致するので、動力学的局所的対称性は各線形回 帰について存在する。

【0084】静力学的および動力学的の局所的バランス および局所的対称性として特徴づけられるこれらの物理 は、試料ブロックの熱的質量がその金属であり、そして 20 学的性質により、試料ブロックは、集団中のすべての試 料を、先行技術のサーマルサイクラーより非常にいっそ う均一に加熱および冷却する。図2を参照すると、局所 的領域の境界の平面図が鎖線217~225により示さ れている。図2を見ると明らかなように、96の試料ウ ェルの中央領域は境界218~224により境界される 6つの隣接する領域に分割されている。さらに、2つの ガードバンドおよび局所的領域が各へりに添加されてい る。最もネガティブのx座標を有するへりの局所的領域 (局所的領域は時にはまた局所的ゾーンと呼ぶ)は、境 界線217および218により境界されている。最もポ ジティブのx座標を有するへりの局所的領域は、境界線 224および225により境界されている。各局所的領 域は試料ウェルのカラムを含有しないが、ウェルのカラ ムシミュレーションするみぞ78を含有することが認め られる。みぞ78の深さおよび幅は、ウェルのカラムと 同一の金属質量を除去し、これにより動力学的局所的対 称性を多少保存ように設計されている。したがって、へ りの局所的ゾーン試料ブロックの中央部分における6つ の局所的ゾーンと熱的質量が異なる(それらは、また、 外部の接続、例えば、マニホールドおよび支持ピンによ り追加の熱的質量を有する)。この差は、へりの局所的 ゾーンまたはガードバンドを前記マルチゾーンヒータの 別々に制御可能なゾーンで加熱し、こうしてブロックの 中央ゾーンより多くのエネルギーをガードバンドの中に 入れるととができるようにして、説明される。

【0085】ブロックの各へりにおける局所的領域は、 6つの中央に位置する局所的領域の熱的性質に近似する が、それと正確に合致しない。へりの局所的領域は、試 料ブロック12の周辺の回りを走るガードバンドを完結 50 するので、「ガードバンド」領域と呼ぶ。このガードバ

ンドの目的は、試料ブロック12に機械的に添付しなく てはならない支持ピン、マニホールド、ドリップカラー および他の装置のようなものによって、ブロックへの機 械的接続部の中に本来埋め込まれる、制御されないヒー トシンクおよび熱源から、96の試料ウェルを含有する 試料ブロックの中央部分をある程度熱的に絶縁すること である。例えば、図2において、試料ブロックのへりの 表面228および230は、ランプ冷却チャンネルおよ びバイアス冷却チャンネルを出入りする冷却液を運ぶプ 28および230に沿ったガードバンドは、へり228 および230に対して並列でありかつそれに最も近くに 存在するスロット78の部分から成る。みぞ78の深さ は、みぞの底がバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷 却チャンネルの周辺に、それらを実際に交差させないで 可能であるように、密接するような深さである。との深 さと結合するみぞ78の幅は、図2における点82およ び232の間のスロット78により除去される金属の体 積が、試料ウェル234で出発しそして試料ウェル83 の体積にほぼ等しいような幅である。また、試料ウェル の周期的パターンが各方向においてウェルの1つの列ま たはカラムにより延長される場合、このような試料ウェ ルの追加の列が存在する所に、ブロックの回りのスロッ ト78はほぼ位置する。

29

【0086】支持接続が試料ブロックについて作られて いるへり250および252に沿って、ガードバンドの 局所的領域は、スロット78の部分に加えて、全長のい くつかの冷却チャンネルを含有する。図3を参照する 接する1/2のバイアス冷却チャンネルとともに没入し て全体のバイアス冷却チャンネルを形成するバイアス冷 却チャンネルの1/2 (例えば、92);ランプ冷却チ ャンネル (例えば、100);および全体のバイアス冷 却チャンネル (例えば、91)。 へり250 におけるへ りの局所的領域について、これらの冷却チャンネルは1 07, 198および99である。

【0087】ガードバンドにおける全体のバイアス冷却 チャンネルは、ブロックのへりから内方にわずかに変位 している。これらの全体のバイアス冷却チャンネルを使 40 用する理由は、「半分の」冷却チャンネルの構成が実際 的ではないことである。バイアス冷却チャンネルはこの ような厚い壁をもつゴムのライニングを必要とするの で、「半分の」バイアス冷却チャンネルのライニングを 通る孔を信頼性をもって開いて保持することは困難であ ろう。へりの局所的領域におけるこの非対称性はへりの ガードバンドの局所的領域から冷却液へ熱の小さい過剰 の損失を引き起こすが、それは試料ウェルを含有する試 料ブロックの中央領域から十分に離れているので、試料 温度の不均一性へのその寄与は小さい。また、との小さ 50 周囲空気との間の温度差に対して比例する。へりヒータ

い非対称性の温度の影響を予測可能であるので、この作 用は各ガードバンドの下でマルチゾーンヒータシステム の別々に制御可能なゾーンを使用することによってさら に最小にすることができる。

【0088】図13を参照すると、図9におけるフィル ムヒータ層 156内に3つの別々に制御されるゾーンが 存在する。これらの別々に制御されるゾーンは、支持ブ ラケット148に連結された試料ブロック12の露出し たへりにガードバンドの下に位置する、へりのヒータの ラスチックのマニホールドを取り付けて有する。へり2 10 ゾーンを含む。冷却液のマニホールドに取り付けられた へり228および230のためのガードバンドの下に位 置する、別々に制御されるマニホールドのヒータゾーン が、また、存在する。最後に、試料ウェルの下に横たわ る中央ヒータゾーンが存在する。これらのゾーンの各々 に加えられる電力は、CPU20および制御ソフトウェ アにより別々に制御される。

【0089】フィルムヒータ156は、金属合金、例え ば、インコネル(登録商標)の薄い板をエッチングする ことによって形成された、導電体のパターンから構成さ で終わる試料ウェルの隣接する列により除去される金属 20 れる。選択した金属合金は、高い電気抵抗およびすぐれ た耐熱性を有すべきである。そのようにエッチングされ た導電体のパターンは、電気絶縁性ポリマー材料、例え ば、カプトン(登録商標)の薄いシートの間に結合され る。電気抵抗加熱要素を絶縁するためにどの材料を使用 しても、この材料は髙温に対する抵抗、髙い静電強さお よびすぐれた機械的安定性をもたなくてはならない。

【0090】フィルムヒータの中央ゾーン254は、ガ ードバンドの内側の試料ブロックの中央部分とほぼ同一 の寸法を有する。中央部分254は均一な電力密度を試 と、これらは次のものを含む:隣接する局所的領域の隣 30 料ウェル区域に供給する。へりヒータ領域256 および 258は、へりガードバンドとほぼ同一の幅を有する が、それほど長くない。

> 【0091】マニホールドのヒータ領域260および2 62は、図2においてへり228および230について のガードバンドの下に横たわる。マニホールドのヒータ ゾーン260および262は、電気的に一緒に接続し て、1つの別々に制御可能なヒータゾーンを形成する。 また、されたヒータ区画256および258は電気的に 一緒に連結して、第2の別々に制御可能なヒータゾーン を形成する。第3の別々に制御可能なヒータゾーンは中 央区画254である。 これらの3つの別々に制御可能な ヒータゾーンの各々は別の電気リード線を有し、そして 各ゾーンは別のマイクロプロセッサまたは好ましい実施 態様において実施されるような共有されるCPU20で 実行することができる、別の制御アルゴリズムにより制 御される。

> 【0092】へりヒータゾーン256および258は、 支持ブラケットへの熱損失を補償するために推進され る。この熱損失は、試料ブロック12とそれを取り囲む

ゾーン256および258は、また、試料ブロックから ブロックの各へりにおける完全なバイアス冷却チャンネ ルへの過剰の熱損失を補償する。この熱損失は、試料ブ ロック12とこれらのバイアス冷却チャンネルを通して 流れる冷却液との間の温度差に対して比例する。

【0093】マニホールドのヒータ区画260および2 62は、また、試料ブロック12のへりに取り付けられ た、図13におけるプラスチックの冷却液マニホールド 266および268への熱損失を補償するために推進さ れる。マニホールドのヒータ区画260および262の 10 Tolk = 試料ブロック12の温度、 ための電力は、試料ブロックと冷却液との間の温度差に 主として、そして試料ブロックと周囲空気との間の温度 差に少ない程度に、比例する熱損失を補償する。

【0094】実際的理由で、中央のヒータ区画254の 上に横たわる試料ウェルを包含する局所的領域の熱的質 量と、ガードバンドの局所的領域の熱的質量と合致させ ることは不可能である。例えば、プラスチックの冷却液 マニホールド266および268はガードバンドから離 れる方向に熱を伝えるばかりでなく、かつまたある量の 的領域に添加する。その結果、急速なブロック温度が変 化する間に、ガードバンドの温度の上下の速度は試料ウ ェルの局所的領域のそれに正確に合致しない。これはガ ードバンドと試料ウェルとの間の動力学的温度勾配を発 生し、これは大きくさせると、許容されうるより長い時 間持続することがあるであろう。この温度勾配の作用 は、ブロック温度の変化速度に対しておおよそ比例し、 そしてブロック温度の変化速度に対して比例する速度で 各ガードバンドの局所的ゾーンから熱を添加または除去 することによって最小にされる。

【0095】ガードバンドのゾーンについての比例定数 は、システムの設計の比較的安定な性質であり、そして プロトタイプについての加工の測定値により決定され る。比例定数についての値は、方程式(3)~(5)の 項の定義に関して下に記載する。とれらの方程式は、別 の実施態様における、それぞれ、マニホールドヒータゾ ーンに加えられる電力の量、ヒータゾーンのへりおよび 中央ゾーンを決定する。好ましい実施態様において使用 する方程式は、ソフトウェア(方程式(46)~(4 8)、区域により分布された電力)の説明において下に 40 るために適切な温度に試料ブロック温度を止まらせる 記載する。

(3) $P_n = A_n P + K_{H1} (T_{BLK} - T_{AHB}) + K$ $T_{\text{sign}} = T_{\text{cool}} + K_{\text{sign}} (d t_{\text{sign}} / d t)$ ととで.

P。=マニホールドヒータゾーン260および262に 供給された電力、

A。 =マニホールドヒータゾーンの領域 P=ブロック温度をPCR熱サイクルのプロトコルにお いて任意の特定の時間において所望の温度に止まらせる か、あるいはそれに動かせるために必要な電力、

Kw1=0ワット/ Kに等しい、マニホールドを通る周 囲への過剰の熱損失を補償するために実験的に決定した 比例定数、

K₁,=0.4ワット/* Kに等しい、冷却液への過剰の 熱損失を補償するために実験的に決定した比例定数、

K,,=66.6ワット-秒/ Kに等しい、プラスチッ クのマニホールドなどにより引き起こされるマニホール ドのへりのガードバンドの追加の熱的質量を補償するた めの余分の電力を提供する実験的に決定した比例定数、

TΑΝΒ = 周囲空気の温度、

Tcoot=冷却液の温度、

d t L / d t = 試料ブロックの温度変化/単位時間、 (4) $P_{\epsilon} = A_{\epsilon} P + K_{\epsilon_1} (T_{slk} - T_{ans}) + K$ E_{2} $(T_{BLK} - T_{COOL}) + K_{N3} (dt_{BLK} / dt)$ ととで、

P. =へりヒータゾーンに加えるべき電力、

A_E =へりヒータゾーンの領域、

Κε1=0.5ワット/ Κに等しい、マニホールドを通 熱的質量をそれらが取り付けられたガードバンドの局所 20 る周囲への過剰の熱損失を補償するために実験的に決定 した比例定数、

> $K_{ez} = 0$. 15 ワット/ Kに等しい、冷却液への過剰 の熱損失を補償するために実験的に決定した比例定数、 Ke3=15.4ワット-秒/ Kに等しい、支持ピンお よびブラケット、温度センサーなどへの試料ブロック1 2の取り付けにより引き起こされる露出されたガードバ ンドの追加の熱的質量を補償するための余分の電力を提 供する実験的に決定した比例定数、

(5) $P_c = A_c P$

30 ととで、

P。=マルチゾーンヒータの中央ゾーン254に加える べき電力、

A = 中央ゾーン254の領域。

【0096】方程式(3)~(5)の各々において、電 力の項Pは変数であり、これは図1においてCPU20 により実行される制御アルゴリズムの部分により計算さ れ、との部分はユーザが定めた設定点を読みそして、次 に、ユーザが記憶装置に記憶させた時間および温度の設 定点により定められるPCR温度のプロトコルを実行す か、あるいはそれにさせるために何を実施するかを決定 する。設定点を読みそして電力密度を計算する方法は、 下に詳細に記載する。

【0097】図1のCPU20により実行される制御ア ルゴリズムは、図1および図9において温度センサー2 1および図1においてバス52を経て、試料ブロックの 温度を感知する。この温度を異ならせて、試料ブロック 12の温度変化速度を推進する。次いで、CPUは図1 において温度センサー56を経て周囲空気の温度を測定 50 し、そして図46に示す冷却液制御システム24中の温 度センサー61を経て冷却液の温度を測定する。次い で、CPU20は実行されているPCRプロトコルの特 定のセグメントに相当する電力ファクターを計算し、そ して3つの計算を方程式(3),(4)および(5)に 従い、すべての測定した温度、比例定数(これらは持久 記憶装置に記憶される)、制御プログラムおよび種々の ヒータゾーンの区域の特定の相互作用についての電力フ ァクターP(これらは持久記憶装置に記憶される)を差 し込むことによってなされる。電力ファクターは、ブロ 定した温度レベルに動かすために必要な合計の電力であ る。加熱および冷却を制御するためにCPUが実施する 計算についてのさらに詳細は、制御ソフトウェア「PI Dタスク」の説明において下に記載する。

【0098】ヒータ156の3つのゾーンの各に加える べき要求される電力を計算した後、いくつかの実施態様 において各ゾーンへ加えるべき入力電力の各ハーフサイ クルの比率に関する、他の計算を行う。下に記載する好 ましい実施態様において、計算のモードは、200ミリ のどれだけ多くのハーフサイクルを各ゾーンに加えるべ きかである。このプロセスは、図47および図48、お よび制御ソフトウェアの「PIDタスク」の説明に関し て下に記載する。図10に示す別の実施態様において、 コンピュータは各ゾーンについて図10における分割線 166の位置を計算する。との計算を実施した後、適当 な制御信号を発生して、マルチゾーンヒータ156につ いて電力供給を適当なスイッチさせて、各について計算 した量の電力を各ゾーンに加えるようにする。

【0099】他の実施態様において、全体の試料ブロッ 30 クに均一な電力密度を供給する単一のフィルムヒータ、 およびガードバンドについて個々に1つのみのゾーンを もつ1または2つのマルチゾーンヒータを使用して、マ ルチゾーンヒータを実行することができる。これらの追 加のヒータを、全体の試料ブロックをカバーする単一の フィルムヒータの上に重ねる。このような実施態様にお いて、ガードバンドの損失の構成に必要な電力のみを追 加のヒータゾーンに加える。

【0100】方程式(3)~(5)における電力ファク ターPは、ユーザが特定した設定点およびランプ時間に 40 基づくPCR温度プロトコル上の種々の点についてCP U20により計算される。しかしながら、前述のゾーン ヒータの最大の電力供給能力に基づいて制限が付与され る。方程式(3)~(5)中の比例定数は、すぐれた温 度の均一性のためのガードバンドにおける過剰の熱損失 を適切に補償するために、適切にセットしなくてはなら

【0101】図17を参照すると、ブロック温度の段階 的変化に応答して、試料ブロックの温度を実質的に低い 温度からほぼ94℃の変性インキュベーションの標的温 50 中に少なくとも最小の限界力Fで下にプレスする場合、

度に向けて上昇させる、複数の異なる試料について計算 した試料温度の間の差のグラフが示されている。図17 は、マルチゾーンヒータ156が方程式(3)~(5) について項の定義において前述の比例定数を使用して適 切に管理されるとき、計算した試料液体の温度を示す。 図17のグラフを誘導するために使用した種々のウェル は、単一の文字および数の組み合わせがその上に示され ている。図2を示す8×12のウェル列は、文字を付し たカラムおよび番号を付した列によりコード化されてい ック温度をその電流レベルから設定点を経てユーザが特 10 る。こうして、例えば、試料ウェル90はまた試料ウェ ルA12と表示されているが、試料ウェル89はまた試 料ウェルB12と表示されている。同様に、試料ウェル 68はまた試料ウェルD6などと表示されている。こと に記載する温度勾配を排除に対する全体の熱的設計をも つため、ウェル温度は互いのほば 0.5 C範囲内にある 温度に漸近的に落着くことが理解されるであろう。

【0102】上の記載は試料ブロックの温度を均一に制 御し、そして急速に変化させることができる方法を説明 する。しかしながら、PCRプロセスにおいて、プログ 秒の試料の期間の間に起とるハーフサイクルの合計の数 20 ラミングすべきであるのは試料反応混合物の温度であっ て、ブロック温度ではない。本発明の教示に従う好まし い実施態様において、ユーザは試料液体それ自体につい ての標的温度の順序を特定し、そしてPCRプロセスに おける各段階についてとれらの標的温度の各々における 試料液体のためのインキュベーション時間を特定する。 次いで、CPU20は試料ブロックの温度を管理して試 料の反応混合物を特定した標的インキュベーション温度 にし、そして試料混合物をそれらの標的温度に特定した 時間の間保持する。CPU20により実行されるユーザ のインタフェースのコードは、とのプロセスのすべての 段階において、端末16のディスプレー上に現在の計算 した試料液体の温度を表示する。

> 【0103】実際の測定した試料温度を表示する困難。 は、反応混合物の実際の温度の測定が温度測定プローブ をその中に挿入することを必要とすることである。プロ ーブの熱的質量はそれを配置したウェルの温度を有意に 変更することがある。なぜなら、任意の特定のウェル中 の試料の反応混合物はしばしば体積がわずかに100 μ 1であるからである。とうして、反応混合物の中への温 度プローブの単なる挿入は、反応混合物と付近の混合物 との間に温度勾配を存在させることがある。温度センサ ーの余分な熱的質量はそれを浸漬した反応混合物の温度 を、小さい熱的質量を有する他のウェル中の反応混合物 の温度から、低下させるので、誤差は温度を測定しよう と単に試みることによって増幅を生ずることができる。 【0104】したがって、ことに記載する計器は既知の 因子、例えば、ブロック温度の履歴およびシステムの熱 的時間の定数から試料温度を計算し、そしてディスプレ ー上にとの試料温度を表示する。試料管を試料ウェルの

好ましい実施態様において使用した試料管の大きさおよ び形状およびほぼ100μ1の試料体積について、熱的 に推進される対流は試料の反応混合物内で起こりそして とのシステムは熱的に単一の時間一定の直線のシステム の熱的に類似して作用することが、ことに記載するシス テムについて実験的に発見された。実験において、各試 料管はほぼ50gの力ですぐれたウェルー壁-対-流体 の熱伝導性についてウェル対ウェルについて押し下げな くてはならないことが示された。下に記載する加熱され た定盤を各試料管上に約100gの力で押し下げるよう 10 に設計される。図15において力ベクトルFで記号化さ れた、この最小の力は、試料ブロックにおける変形試料 管と種々の試料ウェルとの間のような外部の寸法のわず かの差に無関係に、すべての試料管がすべりばめおよび 同一平面の嵌合を各管について保証し、均一な熱伝導性 を保証するために十分な力で押し下げされることを確保 するために必要である。対応する試料ウェルにおいてゆ るい嵌合のある試料管および緊密な嵌合のある試料管を 有する設計は、熱伝導性が不均一であるために、すべて の管について厳密な温度制御を達成することができない 20 であろう。不十分なレベルの力Fは、図14に286で 示すようにブロック温度の段階的変化に対する試料液体 の温度の応答を生ずる。適切なレベルの力Fは282に 示す温度の応答を生ずる。

【0105】本発明の教示に従い構成された装置により 達成される結果は、各試料混合物の温度が新しい温度へ の転移の間に、あたかも試料が物理的よく混合されるよ うに、挙動することである。事実、各試料混合物の中に 引き起とされた対流のために、各試料管中の試料の反応 システムの熱的挙動が、ブロック温度と試料温度との間 の差の減衰の半減期の約1.44倍である9秒の単一の 時間定数をもつ、電気RC回路に似るということであ る。50m1の試料を充填したジェネアンプ(登録商標) の試料管は、約23秒の時間定数を有する。換言する と、試料ブロックの温度の上方の変化の間、反応混合物 の温度は、電圧源Vの電圧出力の段階的変化に応答す る、図16Dに示すような直列のRC電気回路中のコン デンサC上の電圧の上昇に似たように作用する。これら の概念を説明するために、ブロック温度の段階的変化に 40 対する試料液体の異なる応答を示す図14 および試料ウ ェル/試料管の組み合わせを通る断面を示す図15を参 照する。実験において、試料液体276の体積がほぼ1 00μ1であり、そしてメニスカス278が試料ブロッ ク12の上部表面280より下に位置するような寸法を 管がもち、そして試料管を試料ウェルの中に押し下げる 力Fが少なくとも30gであるとき、図15に示すシス テムの熱的時間定数で(タウ)は0.009インチ (0.23mm) (寸法A) の円錐形区画における試料管

壁厚さについてほぼ9秒であることが発見された。ま

た、実験において、3つの条件について、熱的時間定数 τは試料管の切頭体(円錐)についての壁厚さの0.0 01インチ毎について約1秒だけ変化であることが発見 された。ことで述べる壁の薄い試料管は、20~100 マイクロタイターの試料を収容する際に、約5~14秒 の熱時間定数を有することがわかっている。より厚い管 壁は、試料ブロックの温度の変化と試料液体温度の生ず る変化との間の、より長い時間定数およびより多い遅れ を生ずることが発見された。

36

【0106】数学的に、試料ブロックの温度変化に対す る試料液体温度の熱的応答について式は、次の通りであ

(6) $T_{\text{sep1}} = \Delta T (1 - e^{-t/\tau})$ ここで.

T..... = 試料液体の温度、

△T=試料ブロック12の温度と試料液体の温度との間 の温度差、

t=経過時間、

τ=システムの熱的時間定数、または試料ウェルの壁か ら試料液体への熱伝導性で割った試料の熱容量。

【0107】図14において、曲線282は、試料管を 押し下げる力Fが十分に高いとき、試料ブロック温度の 理論的段階的変化に対するこの指数の温度の応答を表 す。試料ブロックの温度の段階的変化は関数284とし て示されており、時間T」において開始する温度の急速 な上昇が存在する。試料液体の温度は段階的変化に応答 して指数的に増加し、そして最終の試料ブロック温度に 慚近的に近付く方法に注意すべきである。簡単に前述し たように、曲線286は、図15における下向きの配置 混合物はより混合されている。驚くべき結果は、全体の 30 力Fが試料管の円錐と試料ウェルの壁290との間の同 一平面のすべりばめを引き起とすために不十分であると きの、熱的応答を表す。一般に、カFが30gより小さ い場合、曲線286の熱的応答は生ずるであろう。図1 5は明瞭のために試料管の円錐と試料ウェルの壁との間 の空気の小さい層を示すが、空気はすぐれた絶縁体であ りそしてとのシステムの熱的時間定数を実質的に増加す るであろうので、これは所望の場合の正確に反対であ る。

> 【0108】熱的時間定数では直列のRC回路における RC時間定数に類似し、ととでRは試料ウェルの壁と試 料液体との間の熱的抵抗に相当し、そしてCは試料液体 の熱容量である。熱的抵抗は、単位ワットー秒/°Kで 表される熱伝導性の逆数である。図15において試料液 体の中に示す対流の流れ292のために、反応混合物中 のすべての場所で、試料液体は同一温度に非常に近くに あり、そしてブロックと試料との間の熱の流れは試料ブ ロックと試料の反応混合物との間の温度差に非常に近く に比例する。比例定数は、試料ブロック12中の試料ウ ェルの壁と反応混合物との間の熱伝導性である。異なる 50 試料体積または異なる管、すなわち、異なる壁厚さまた

は材料について、熱的時間定数は異なる。このような場合において、ユーザはPCRプロトコルの彼の規格の一部分として、試料の体積または管の型を入れることができ、そして機械は試料温度を計算するとき使用する正しい熱的時間定数を自動的に見るであろう。ある実施態様において、ユーザは実際の時間定数を入れることができ、そして機械は試料温度の温度の計算にそれを使用するであろう。

【0109】熱的時間定数を出来るだけ小さく保持するために、試料管の円錐形壁は出来るだけ薄くあるべきで 10ある。好ましい実施態様において、これらの円錐形壁は0.009インチ(0.23mm)の厚さであるが、試料管の円筒形部分の壁は0.030(0.76mm)の厚さである。試料管の円錐形の形状は、試料混合物の体積に関して、試料ウェルの壁の金属との接触表面積を比較的大きくする。

【0110】試料管の成形は、4つの試料管が各射出で 成形されるような、「常温ランナー」システムおよび4 つのキャビティを使用して実施される。成形されたプラ スチックは、残りのプラスチックが試料管の先端と試料 20 ウェルの先端との間のキャビティ291の中に突起する ように、試料管の円錐の先端で射出される。これは残部 のプラスチックが管とウェルとの間の同一平面の嵌合を 妨害するのを防止する。0.030インチ(0.76m m) の最小限界を残部のプラスチックの大きさに置く。 【0111】種々の実施態様において、各々が異なる利 点をもつ3つの異なる等級のポリプロピレンを使用でき る。好ましいポリプロピレンはヒモント(Himon t)からのPD701である。なぜなら、それはオート クレーブ処理可能であるからである。しかしながら、と 30 のプラスチックは低いメルトインデックスをもつので、 成形が困難である。このプラスチックは35のメルトイ ンデックスおよび9の分子密度を有する。PD701は ばりを残す傾向があり、そして多少斑点がある品質の部 分をつくるが、現在実施されているように円錐形区画の 先端における代わりに、成形物の厚い壁の部分に射出成 形した場合、よりよく働く。一般に、成形容易のために 高いメルトインデックスを有するが、すぐれた強さ維持 しかつ260° Kにおけるオートクレーブ処理の熱スト レスの下でひび割れまたは割れを防止するために、ま た、髙い分子密度を有することが望ましい。他のプラス チック、アメリカン・ヘスヒト (American Hoescht) か 5のPPW1780は、75のメルトインデックスおよ び9の分子密度を有し、そしてオートクレーブ処理可能 である。ある実施態様において使用できる他のプラスチ ックはヒモント(Himont) 444である。とのプ ラスチックはオートクレーブ処理可能ではなく、そして

【0112】他の実施態様において、溶融したブラスチックの温度が型のちょうどゲートまで制御される場合、

他の方法で滅菌することが必要である。

38

管は「ホットランナー」または「ホットノズル」システムを使用して成形できる。また、ある実施態様において、多数のゲートを使用できる。しかしながら、これらの技術のいずれも、充填の時間において、現在使用する「常温ランナー」システムよりすぐれることが実験的に 証明された。

【0113】とのシステムは単一の時間定数のR C回路のように熱的に作用するという事実は重要結果である。なぜなら、それは試料ブロックから試料の反応混合物への熱伝導性は既知でありかつ均一である場合、試料混合物の熱的応答は既知でありかつ均一であることを意味するからである。試料の反応混合物の熱容量は既知でありかつ一定であるので、試料の反応混合物の温度はブロック温度の経時的に測定した履歴のみを使用して正確に計算することができる。これは試料温度を測定する必要性を排除し、これにより無視できない熱的質量をもつブローブを試料ウェルの中に入れて試料温度を直接測定し、これによりプロービングしたウェル中の試料の熱的質量を変化させる誤差および困難を排除する。

【0114】この計算を行うアルゴリズムは、単一の温度定数の直列のRC電気回路のようにシステムの熱的挙動を作る。このモデルは、液体試料の熱容量/試料ブロックから試料の反応混合物への熱伝導性の比を使用する。試料の反応混合物の熱容量は、低い比熱×液体の質量に等しい。耐熱性は1/試料ブロックから試料管壁を通る液体反応混合物への熱伝導性に等しい。熱容量/熱伝導性の比は一致した単位で表すとき、それは時間の次元を有する。固定した試料体積および試料の組成、それらの両者はすべての試料ウェルにおいて同一である、および固定した熱伝導性について、その比は、また、すべての試料ウェルについて一定であり、そしてそのシステムの熱的時間定数と呼ばれる。それは、ブロック温度の急激な段階的変化後、試料温度がブロック温度の36.8%以内に来るために要する時間である。

【0115】システムのインパルスの応答が知られてい る場合、フィルターまたは他の直線のシステムの出力応 答を計算するととができるというととを支持する、電子 回路の分析において使用される数学的理論が存在する。 このインパルスの応答は、また、移動関数として知られ 40 ている。直列RC回路の場合において、インパルスの応 答は図16Aに示すように指数関数である。図16Aの 応答を生ずるインパルスの刺激は図16Bに示されてい る通りである。このような直線のシステムの出力応答は 入力信号のたたみ込みおよび重み関数を計算することに よって決定することができ、ここで重み関数は時間を逆 転したシステムのインパルス応答である、ことを前述の 数学的理論的は支持する。たたみ込みはそうでなければ 連続加重平均として知られているが、たたみ込みは初期 に小さい段階的大きさをもつ微分積分学における1つの 50 概念であるが、連続加重平均明確な段階的大きさ、すな

わち、多数の試料を有する。図16Dに示す直列RC回 路のインバルス応答は次のようなものである。すなわ ち、電圧発生器Vの電圧が図16Bに示すような電圧の スパイクで急激に上下するとき、コンデンサーC上の電 圧は図16Aにおいて294におけるピークに上昇し、 このピークは図16Bに示すインパルスのピーク電圧に 等しく、次いで指数的に減衰して定常状態の電圧V,に 戻る。生ずる重み関数は、図160において385に示 すように時間で回転する図16Aのインパルス応答であ

【0116】近似の温度の段階的変化についての試料ブ ロック12の温度の典型的な温度履歴を示す仮説の曲線 387は、図16C上に重ねられている。また、5つの 試料時間T、~T、の温度が図16上に重ねられてい る。本発明の教示に従い、これらの時間T、~T、の各 1つをその特定の時間における重み関数の値を掛け、次 いですべてのそれらの積を合計し、そして5で割ること によって、試料温度は計算される。熱的システムが単一 の温度定数の直線回路のように作用するという事実は、 複雑さに基づく、驚くべき結果である。

【0117】1つの実施態様において、試料温度の計算 は、ブロック温度センサーおよび試料液体への異なる熱 的通路長さにより引き起とされる輸送遅れを説明する短 い遅延により調節される。計算した試料温度は、図1に 示す端末16上のユーザの情報のために表示される。図 17において、96ウェルの試料ブロックを通る6つの 異なるウェルの広がりについて、ハイブリダイゼーショ ン/伸長温度範囲における比較的低い温度から変性のた の段階的変化についての温度応答の結果が示されてい る。図17のグラフが示すように、システムが図16D に示す直列RC回路に好ましくは類似する場合、試料温 度における予測された指数の上昇の間にすぐれた一致が 存在し、そしてまた、温度応答のきわめてすぐれた温度 応答の均一性が存在し、ことでこの研究において使用し た6つの試料ウェルの温度は、互いに非常に密接する温 度においておよびほぼ0.5℃の幅である変性温度の 「許容されうる」バンドにおいて漸近的に安定する。

ック温度の試料を連続加重平均について使用したが、他 の実施態様において、異なる数の温度履歴試料を使用す ることができる。理論的に予測された結果とのすぐれた 一致は、熱的対流の流れが試料液体をよく混合し、これ によりこのシステムを直線方式で作用させるという事実 から由来する。

【0119】96ウェルの列を通る種々のウェルの広が りにおける試料温度の間の均一性は、試料ブロック構造 における動力学的および静力学的局所的バランスおよび 局所的対称性ならびにここに詳細に記載する他の熱的設 50 【0123】前述したようにして計算した試料温度は、

計因子から生ずる。しかしながら、急速な温度変化の 間、ユーザが各試料ウェルに同一質量の試料液体を入れ る場合にのみ、すべての試料ウェルは互いに0.5℃以 内の温度を有するであろうことに注意すべきである。異 なるウェルにおいて質量が等しくないとき、定常状態 で、条件が不変であり、急速な変化の間のみにおいて温 度は等しくなくなるととはない。各ウェル中の試料液体 の質量は、各試料の熱容量の決定において優性因子であ り、したがって、その特定の試料ウェルについて熱的時 10 間定数において優性因子である。

【0120】すべての試料ウェル中の試料液体を一致し て上下の温度サイクルにかけ、そして標的温度を互いに 非常に近くに、すなわち、わずかに0.5℃の幅である 許容度のバンドにおいて安定化する能力、また、図15 における力Fに依存するに注意すべきである。この力 は、同様な質量の試料液体を充填したすべての試料ウェ ルの熱的時間定数が同一の温度定数を有する前に、最小 の限界の力を越えなくてはならない。最小の限界の力 は、とこに記載する試料管および試料ウェルの形状につ この複雑な熱的システムについての熱的熱移動の考慮の 20 いて30gであることが実験的に決定された。より高い レベルの精度について、図15における最小の限界の力 Fは、前述したように安全性の追加の限界について少な くとも50g、好ましくは少なくとも100gであるこ とが確立された。

【0121】試料ウェルの温度の熱的均一性の重要性 は、図18を参照すると理解することができる。この図 面は、DNAのある種のセグメントの増幅の1つの例に ついての、PCRサイクルにおいて発生したDNAの量 と変性間隔の間実際の試料温度との間の関係を示す。9 めのほぼ96℃の比較的高い温度への試料ブロック温度 30 3℃および95℃の温度の間の関数298の傾斜は、と の特定のDNAのセグメントおよびプライマーについて ほぼ8%/℃である。図18は増幅により発生したDN Aの量に関係する曲線の一般の形状を示すが、この曲線 の形状の詳細はプライマーおよびDNA標的の各異なる 場合とともに変化する。97℃以上の変性のための温度 は一般に熱く、そして増加する変性温度について増幅を 減少させる。95℃および97℃の間の温度は一般にち ょうど正しい。

【0122】図18が例示するように、ほぼ93℃の変 【0118】1つの実施態様において、最も最近のブロ 40 性温度で安定化するこの特定のDNA標的およびブライ マーの組み合わせを含有する試料ウェルは、94°Cで変 性したウェルより8%少ない典型的なPCRプロトコル の過程で発生したDNAを有するように思われる。同様 に、95°Cの変性温度で安定化するこの混合物の試料液 体は、94°Cの変性温度で安定化する試料ウェル中で発 生したより8%多いその中で発生したDNAを有するよ うに思われる。との性質のすべての曲線は同一の一般形 状を有するので、試料温度の均一性を有することは重要

ヒータおよびランプ冷却チャンネルを通して流れ制御 し、そして種々の標的温度に試料が保持される長さを決 定する制御アルゴリズムにより使用される。制御アルゴ リズムは、これらの時間を使用して、ユーザが入れた各 インキュベーション期間についての所望の時間と比較す る。時間が合致するとき、制御アルゴリズムは次のイン キュベーションについてユーザが定めた標的温度に向か う試料ブロックを加熱または冷却するために適当な工程 を取る。

【0124】計算した試料温度は設定点、すなわち、ユ 10 約2300ジュールの熱を運ぶ。このプロセスは100 ーザがプログラミングしたインキュベーション温度の1 °C内であるとき、制御プログラムはタイマを始動させ る。このタイマをプリセットして、セットした数をカウ ントダウンして、実施されているインキュベーションに ついてユーザが特定した間隔をタイムアウトすることが できる。計算した試料温度が1℃内にあるとき、タイマ は始動してプリセットしたカウントからカウントダウン する。タイマがゼロカウントに到達するとき、信号は活 性化され、これによりCPUはPCRプロトコルの次の 間を定める方法は、本発明を実施する目的について十分 である。

【0125】典型的には、特定の標的温度付近の許容度 のバンドは±0.5℃である。いったん標的温度に到達 すると、コンピュータはバイアス冷却チャンネルおよび フィルムヒータを使用して試料ブロックを標的温度を保 持し、こうしてすべての試料は特定した間隔についての 標的温度の近くに止まる。よく働くとここに記載する熱 的システムについて、試料ブロックから各試料への熱伝 である。そうでなければ、タイマが始動するとき、すべ ての試料は標的温度の特定した許容度のバンド内にある わけではなく、そしてすべての試料が標的温度において 同一のインキュベーション間隔を経験するわけではな

【0126】また、この熱的システムがよく働くために は、すべての試料管は周囲環境における変動から隔離し なくてはならない。すなわち、ある試料管をドラフトに より冷却し、一方物理的に異なる位置における他の試料 くない。すぐれた均一性について、すべての試料の温度 を試料ブロックの温度によってのみ決定することは高度 に望ましい。

【0127】周囲からの管の隔離、および試料管を押し 下げる最小の限界の力Fを加えることは、試料管および 試料ブロックの上の加熱されたカバーにより達成され る。試料液体は温度制御の金属ブロックの中に緊密にブ レスした試料管の中に存在させ、緊密にキャップをし、 メニスカスを温度制御の金属ブロックの表面よりかなり 下にしてさえ、試料はなお対流により上方に熱を失う。 有意には、試料が非常に熱い(変性温度が典型的には試 料液体の沸点付近にある)とき、試料液体は水蒸気の還 流により非常に有意な量の熱を失う。このプロセスにお いて、水は熱い試料液体の表面から蒸発し、そしてキャ ップの内壁および試料ブロックの上部表面より上の試料 管のより冷たい上部の上に凝縮する。比較的大きい体積 の試料が存在する場合、凝縮は続き、そして凝縮物は蓄 積しそして試料管の壁を下に流れて反応混合物の中に入 る。この「還流」プロセスは還流される水の1g当たり μ1の反応混合物の表面温度を数度低下させ、これによ り反応の効率を大きく減少する。

【0128】反応混合物が少ない、例えば、20µ1で ありそして試料管が試料ブロックの上部表面より上で比 較的大きい表面積を有する場合、反応混合物中の水の有 意の分画は蒸発することができる。次いで、この水は試 料管の上の部分の内側で凝縮し、そしてサイクルの高い 温度の部分の残部の間に、表面張力によりそとに止まる ことができる。これは残りの反応混合物をそのように濃 セグメントを実行する作用をする。特定された間隔の時 20 縮することができるので、反応は障害されるか、あるい は完全に失敗する。

【0129】先行技術のPCR熱的サイクルにおいて、 との還流の問題は反応混合物の上に油または溶融した蝋 の層を配置することによって処理された。この油または 蝋の不混和性層は水性反応混合物上に浮き、そして急速 な蒸発を防止した。しかしながら、油の添加に労力を要 し、これは処理のコストを上昇させる。さらに、油の存 在は処理および分析の後の工程を妨害し、そして試料の 汚染の可能性をつくった。事実、工業銘柄の鉱油は、過 導性は既知であり、そして非常に密接な許容度内に均一 30 去において、ユーザに未知の油中の汚染因子の未知の存 在により試料を汚染することが知られている。

> 【0130】油のオーバーレイの必要性は排除され、そ して熱損失および蒸発による反応混合物の濃縮および還 流により引き起とされる予測されない熱的作用の問題 は、本発明の教示に従い、試料管の上の部分がその中に 突起する試料より上の体積を取り囲み、そしてこの体積 を上から加熱されたカバー(これは時には、また、定盤 と呼ぶ) により加熱することによって回避される。

【0131】図19を参照すると、試料管を取り囲みそ 管が同一冷却作用を経験しないようにすることは望まし 40 してそれに下向きの力を加えて、図15において最小の 限界力Fを供給する、構造体の断面図が示されている。 加熱された定盤14をレッドスクリュー312に連結さ れていて、矢印314で示す軸に沿ってレッドスクリュ -312の回転で上下に動く。レッドスクリューはすべ りカバー316中の開口を通してねじ込められ、そして ノブ318により回転する。定盤314はコンピュータ 20により制御される抵抗ヒータ(図示せず)により水 の沸点以上の温度に加熱される。

> 【0132】すべりカバー316はレール320および 50 322上をY軸に沿って前後にすべる。カバー316は

垂直側317および319を含みそして、また、試料ブ ロック12および試料管を囲むX-Z平面(図示せず) に対して平行な垂直側を含む。この構造は試料管(それ らの管324および326は典型的である) にドラフト が作用するのを実質的に防止する。

【0133】図20は、すべりカバーが後退位置にあっ て試料ブロックへのアクセスを可能とする、すべりカバ -316 および試料ブロック12の斜視図である。すべ りカバー316は長方形の箱の蓋に類似し、ことで垂直 壁328は除去されてすべりカバー316を試料ブロッ 10 た定盤14と接触するようになった短い時間で軟化す ク12の上にすべらせる部分330を有する。すべりカ バーは、図20においてY軸に沿って、そのカバーが試 料ブロック12の上の中央にくるまで動く。次いで、ユ ーザはノブ318をある方向に回して、ノブ318上の マーク332が飾り板336上のマーク334と一直線 上になるまで、加熱された定盤14を下げる。ある実施 態様において、飾り板336はすべりカバー316の上 部表面に永久的に添付することができ、こうして異なる 大きさの試料を使用するとき、インデックスマーク33 4は異なる位置に配置することができる。換言すると、 より高い試料管を使用する場合、加熱された定盤14は 図15における最小の限界力Fを加えるほど多く下げる 必要はない。使用において、ユーザはスクリュー318 をねじって、インデックスマークが一直線になるまで、 定盤14を低下させる。次いで、ユーザは最小の限界力 Fが各試料管に加えられたことを知る。

【0134】図15および図19を一緒に参照すると、 図19における加熱された定盤14を下げる前に、各試 料管のためのプラスチックキャップ338はプラスチッ クトレー340 (図19) の壁の上部のレベルより上の 30 約0.5mmまで粘着し、そしてプラスチックトレー34 0は9mmの中心上でゆるい8×12列ですべての試料管 を保持する。試料ウェルの列は100μ1の容量の96 本までのマイクロアンプ(登録商標)のPCR管または 0. 4m1の容量の48本までのより大きいジェネアンプ (登録商標)を保持することができる。このトレーは下 においてより詳細に論じられる。トレー340は試料管 のための8×12の列を有する平らな表面を有する。 と の平らな表面は図15 および図19の水平線として示さ れており、この水平線は図19において試料管324お 40 よび326と交差する。トレー340は、また、4つの 垂直壁を有し、それらのうちの2つは図19に342お よび344で示されている。これらの垂直壁の上部のレ ベルは、図15に346で示されており、参考平面を定 める長方形の箱を確立する。

【0135】図15において最もよく見られるように、 すべての試料管のキャップ338はこの参照平面346 より上にある小さい量だきえ突起し、その量はキャップ 338を加熱された定盤14により軟化および変形し、 そして参照平面346のレベルに下方に「押しつぶす」 50 それはキャップの温度を水の沸点より上に保持し、これ

れた定盤14は図1におけるCPU20および定盤14 中の抵抗ヒータ(図示せず)に連結したバス22により 105℃の温度に保持される。好ましい実施態様におい て、図19におけるノブ318およびレッドスクリュー 312は、加熱された定盤14が下降しそしてキャップ 338の上部と接触するまで、回転される。好ましい実 施態様において、試料管のためのキャップ338はポリ プロピレンから作られる。これらのキャップは加熱され る。キャップは軟化するにつれて、変形するが、それら の弾性のすべてを失うことはない。キャップと接触後、 定盤は参照平面346上で配置されるまでさらに下降す る。これはそれ以上の下降はキャップ338を変形し、

ように設計される。好ましい実施態様において、加熱さ

そして少なくとも50gの最小の限界力Fで各試料管を 押し下げて、各試料管を試料ウェルの中にしっかり配置 させる。キャップ338が参照平面346より上に突起 する量、および加熱された定盤14が参照平面346の 上に静止するときの変形および残留弾性の量は、少なく 20 とも50g、好ましくは100gの最小の限界力Fがす べての試料管について達成され、次いで加熱された定盤 14が参照平面346のレベルの下降した後存在するよ

うに、設計される。

【0136】加熱された定盤14およびトレー340の 4つの垂直壁および平らな表面は、定盤14がトレーの 上部へり346と接触するとき、加熱され、シールされ た隔室を形成する。トレー340のブラスチックは比較 的劣った熱伝導性を有する。実験において、加熱された 定盤14とキャップ338との接触および、比較的劣っ た熱伝導性を有する材料の壁による試料ブロック12の 上部レベル2870より上に突起する試料管288の部 分の隔離は、有益な結果を有することが発見された。と の構造体により、管およびキャップの上の部分全体は、 管およびキャップの内側表面上に凝縮物がほとんどまた はまったく形成しないように十分に高い温度にされる。 なぜなら、加熱された定盤は水の沸点より上の温度に保 持されるからである。これは、図15における試料液体 276がその沸点付近の温度に熱されるときでさえ、真 実である。これは試料混合物276の上部の上に浮く不 混和性物質、例えば、油または蝋の層の必要性を排除 し、これによりPCR反応に関係する労働の量を減少 し、そして試料の起とりうる汚染の1つの源を排除す

【0137】実験において、加熱されたカバーの非常に 高い温度およびその試料ブロック12への密接性にかか わらず、高い温度および低い温度の間の正確なかつ急速 なサイクルの試料ブロック12の能力への影響がほとん どないことが発見された。加熱された定盤14は前述の **還流プロセスにより試料の冷却を防止する。なぜなら、**

によりキャップの内側を乾燥して保持するからである。 これは、また、キャップが管から除去されたとき、エア ゾールの形成を防止する。

【0138】他の実施態様において、図15における最 小の許容されうる下向きの力Fを存在する試料管の数に 無関係に各個々の試料に加えることができ、そして凝縮 および還流および対流冷却を防止する手段は、本発明を 実施する目的に十分であろう。との下向きの力Fの適用 および還流および望ましくない試料液体の濃縮を防止す る熱の使用の両者は、好ましい実施態様において実施す 10 るのと同一のシステムにより必ずしも実施する必要はな 61

【0139】試料管はそれらの高さの数千分の1インチ だけ変化することができる。さらに、試料管のためのキ ャップは、また、高さが数千分の1インチだけ変化する ことができる。また、試料ブロック12中の各円錐形試 料ウェルは同一深さに正確に孔開けすることができな く、そして試料ブロック中の各円錐形試料ウェルはわず かに異なる直径および角度に孔開けすることができる。 に配置して対応する試料ウェルの中に静止させるとき、 キャップの上部はすべてが同一高さである必要はないで あろう。この高さについて最も悪い不一致は最も高い管 から最も低い管で0.5mm程度に多くあることができる であろう。

【0140】完全に平らな非加熱定盤14をそれがそれ 自身の位置を自由に見いだすように取り付け、これをこ のようなキャップの列の上に押し下げた場合、それはま ず3つの一番高い管と接触するであろう。それ以上の圧 はより低い管のあるキャップと接触し始めるであろう。 管およびキャップのアセンブリーがしなやかでないかぎ り、一番短い管が少なくとも接触する前に、一番高い管 は損傷を受けるという、明確な可能性が存在する。ある いは、すべての高い管を十分に圧縮して一番短い管を接 触させるために必要な力は、装置にそれを加えるのに大 きすぎることがある。いずれの場合においても、1また は2以上の短い管はまったくプレスされないか、あるい はその管の熱的時間定数がすべての他の管の熱的時間定 数に等しいことを保証するために不十分な力で押し下げ 40 られることがある。これは試料ブロック中のすべての管 について同一のPCRサイクルの達成を失敗させるであ ろう。なぜなら、異なる熱的時間定数をもつ管は他の管 と歩調をそろえないであろうからである。定盤を加熱し そしてキャップを軟化すると、これらの危険は、1つの 因子として管の高さを異ならせる製作の許容度の誤差を 排除することによって、排除される。

【0141】他の実施態様において、全体の加熱された 定盤14はしなやかなゴム層でカバーされる。加熱され た定盤上のしなやかなゴムは高さ許容度の問題を解決す 50 ことが実験的に発見された。研究において、使用するボ

るが、また、加熱された定盤から管のキャップへの熱の 流れを遅延させる熱的絶縁層として作用するであろう。 さらに、高温度における長時間の使用では、ほとんどの ゴム材料は劣化するか、あるいは堅くなる。したがっ て、加熱された定盤の表面は金属および熱のすぐれた伝 導体であることが望ましい。

【0142】他の別の実施態様において、96の個々の ばねを定盤に取り付けて、各ばねが単一の試料管を押し 下げるようにすることができる。これは複雑でありかつ 費用のかかる解決法であり、そして機械的精確さをもっ て定盤を管の列の上に整列させることが必要であり、こ の達成は困難または面倒である。好ましい実施態様にお ける各試料管についての必要な個々のコンプライアンス はプラスチックキャップの使用により供給され、これら のキャップは定盤からの力の下で予測可能な方法でつぶ れるが、つぶれたときでさえ、各試料管をそのウェルの 中にしっかり静止させて保持するために適切な下向きの 力Fをなお発揮する。

【0143】図15に示す試料管のキャップ338にお こうして、キャップをした管の集団は試料ブロックの中 20 いて、表面350はぎざぎざ、ばりおよびカットを含ま ず、こうして試料管288の内側壁352とハーメチッ クシールを提供できるようにすべきである。好ましい実 施態様において、キャップの材料はポリプロピレンであ る。適当な材料は前述のヒモント(Himont)によ り製作されたヴァルティク (Valtec) HH-44 4またはPD701ポリプロピレンまたはアメリカン・ ヘスヒト (American Heoscht) によりPPW1780で あることができる。好ましい実施態様において、キャッ プのドーム部分についての壁厚さは0.130±0.0 力を加えそして一番高い管が多少圧縮されるとき、定盤 30 05インチ(3.30±0.12mm)である。好ましい 実施態様において、肩部分356の厚さは0.025イ ンチ (O. 64mm) であり、そしてキャップのドーム形 部分の幅は0.0203インチ(0.52mm)である。 【0144】図15における最小の限界力Fをすべての 試料管に加え、そしてキャップおよび試料管の上の部分 を凝縮および還流を防止するために十分な高い温度に加 熱させる、キャップの材料および形状は、本発明を実施 する目的に十分であろう。ドーム形のキャップ338は キャップの変形を促進する薄い壁を有する。加熱された 定盤は高い温度に保持されるので、ドーム形のキャップ の壁厚さは射出成形により容易に製造されるために十分 に厚くあることができる。なぜなら、管の高さの差を説 明するために必要なコンプライアンスは室温において不 必要であるからである。

> 【0145】定盤は本発明の教示に従い94℃~110 °Cの温度に保持することができるが、水の沸点は100 °Cであるので、100°C~110°Cの範囲は還流の防止 に好ましい。この温度範囲において、キャップは1mm程 度に多く容易につぶれるためにちょうど十分に軟化する

40

リプロピレンの弾性は、これらの温度においてさえ、つ ぶれが完全には非弾性的でないようなものであることが 示された。すなわち、加熱された定盤はキャップの永久 的変形を引き起こすが、キャップの材料は、それらの室 温の弾性率の有意に十分な部分をなお保持するので、最 小の限界力Fは各試料管に加えられる。さらに、キャッ プの軟化のために、試料ブロックの中にいかに多くの管 が存在するかに無関係に、過度の力を使用しないで、加 熱された定盤はそれと接触するすべてのキャップを一様 な髙さにする。

【0146】キャップの温度はPCRサイクル全体の間 に水の沸点より上であるので、各キャップの内側表面は 完全に乾燥して止まる。こうして、PCRプロセスの終 わりにおいて、試料を試料ブロックから取り出す前に室 温に冷却し、各試料管上のキャップを開く場合、交差汚 染を生じうる試料管の内容のエーロゾルの噴霧が発生す る可能性は存在しない。なぜなら、シールを破壊したと き、管のシールに対するキャップに液体が存在しないか らである。

幅した生成物のDNAを含有するエアゾールの小さい粒 子は実験室を汚染し、そして他の源、例えば、他の患者 からの試料を含有する試料管の中に入り、これにより非 常に面倒である誤った陽性または陰性の診断結果を多分 引き起こすからである。PCR増幅プロセスのユーザ は、他の試料を汚染しうるエアゾールの発生に極めて関 心をもつ。

【0148】使い捨てプラスチック製品のシステムを使 用して個々の試料管を8×12列に変換し、この8×1 2列はマイクロタイタープレートのフォーマットの実験 30 決めしたインデックスマーク334と一致させる。すべ 室の装置と適合性であるが、十分な個々の動きの自由度 を維持して、システムの成分の熱膨張の種々の速度の差 を補償する。熱的にしなやかなキャップの関係は試料ブ ロック、およびキャップを所定位置にもつ2本の試料管 の断面図である図21Aにおいて最もよく見られ、そし て試料管はプラスチックの96ウェルのマイクロタイタ ートレーおよびリテイナーの1つの実施態様の組み合わ せにより所定位置に保持されている。図21 Bは、シス テムの種々の使い捨てプラスチック製品のほとんどの構 造および相互作用を示す、別の好ましい実施態様であ る。長方形のプラスチックの96ウェルのマイクロタイ タープレートのトレー342は試料ブロック12の表面 上に静止する。フレーム342の上部へり342は、キ ャップ(その1例はキャップ364である)の高さより ほぼ0.5インチ(12.7mm)短い高さを有する。キ ャップ付き管のすべてはフレーム342のへり346よ り髙く突起する。フレーム342は、下向きに延びるう ね366がその全長を通してガードバンドみぞ78の中 に延びる。しかしながら、フレーム342はギャップ

しそして図7に断面図で示す温度センサーのためのみぞ 78中のギャップに相当する。前述の参照平面346は フレーム342の上部により確立される。この参照平面 が加熱された定盤と相互作用する方法は次の通りであ る。図20におけるノブ318をねじ込んでインデック スマーク332および334に合致させて増幅実験を開 始する前に、目盛り定めプロセスを実施して図20にお ける飾り板336上のマークの位置を決めた。この目盛 り定めは図21におけるフレーム342を試料ブロック 10 の位置に配置することによって開始する。しかしなが ら、フレーム342は空であるか、あるいはその中の管 は所定位置にキャップをもたないであろう。次いで、ノ ブ318をねじ下げて、加熱された定盤14をフレーム 342の上部へり346とその周辺全体の回りにしっか り接触させる。ノブ38を十分にねじ下げて加熱された 定盤を参照平面346上に静止させそしてフレーム34 2を試料ブロックの上部表面280に対してしっかりブ レスしたとき、好ましい実施態様の回転可能な飾り板3 36を回転させて、飾り板上のインデックスマーク33 【0147】 これはきわめて有利である。なぜなら、増 20 4をノブ318上のインデックスマークと一致させる。 次いで、ノブ318を反時計回りに回転して定盤14を

上昇させ、そして図19におけるカバー316をネガテ ィブY方向にすべらせて、フレーム342および試料ブ ロック12のカバーを取る。次いで、試料混合物を充填 したキャップ付き試料管をフレーム342中の所定位置 に配置することができる。次いで、加熱されたカバー3 16を試料ブロックの上に配置し戻し、そしてノブ31 8を時計回り回転して加熱された定盤14を下げて、ノ ブ上のインデックスマーク332を前述したように位置 ての管を最小の力Fでしっかり静止させるというこの保 証が適用された。インデックスマークの使用はユーザに 簡単な、評価可能なタスクを実施させる。 【0149】わずかの試料管のみが所定位置に存在する 場合、インデックスマーク332および334を一致さ

せるために、小さい量のトルクを必要とするだけであ る。しかしながら、多数の管が存在する場合、インデッ クスマークを一致させるために、ノブ318上により多 くのトルクを必要とするであろう。なぜなら、各管はキ ャップが変形するとき加熱された定盤14の下向きの動 き抵抗するからである。しかしながら、インデックスマ ーク332および334が整列したとき、加熱された定 盤はもう一度フレーム342の上部へり346に対して 緊密に配置され、そしてすべての管はそれに加えられた 最小の限界力Fを有するであろうことを、ユーザは保証 される。とれが事実上保証するように、すべての管の熱 的時間定数は実質的に同一である。

【0150】他の実施態様において、インデックスマー ク332および334を省略し、そしてノブ318をそ (図示せず)を有し、このギャップは図2に平面図で示 50 れがそれ以上回転しなくなるまで単に回転することがで

きる。加熱された定盤14が上部へりまたは参照平面3 46に到達し、そしてプラスチックフレーム342が加 熱された定盤14のそれ以上の下向きの動きを停止させ たとき、上の状態は起こる。明らかなように、この実施 態様において、および前述のインデックスマークの実施 態様において、フレーム342のプラスチックは、それ が加熱された定盤14と接触するとき、フレーム342 のブラスチックの変形を防止するために十分に高い溶融 温度を有するであろう。好ましい実施態様において、フ レーム342のプラスチックは0.05インチ(1.2 10 7mm) の壁厚さをもつセラニーズナイロン 1503であ

【0151】前述のシステムの利点は、異なる高さを有 するフレーム342を単に使用することによって、異な る高さの試料管を使用できるということである。フレー ム342は、それと管が試料ブロックの中に配置されて いるとき、キャップされた管の先端の平面よりほぼ0. 5mm短い高さを有すべきである。好ましい実施態様にお いて、2つの異なる管髙さを使用する。図19において 2の動きの範囲は、使用すべき試料管のすべての異なる 大きさについて十分でなくてはならない。もちろん、特 定のPCR処理サイクルの間、すべての管は同一高さで なくてはならない。

【0152】前述のシステムは、試料ブロックにおいて 均一な温度、ブロックから試料への均一な熱伝導性、お よび周囲環境の変動性からの管の絶縁を提供する。96 までの任意の数の試料管はマイクロタイタープレートの フォーマットで配列することができる。このシステム し、そして任意の試料の温度を実際に測定しないで、す べての試料についての試料温度の視的指示を提供する。 【0153】PCR反応のために容器として、先行技術 において、マイクロ遠心器のために本来設計されたポリ プロピレン管が普通に使用されてきている。この先行技 術の管は円筒形の断面を有し、その上部は気密シールを つくるスナップ式キャップにより閉じられていた。この 先行技術の管は、ほぼ17°の夾角をもつ円錐台形から なる底区画を有した。

【0154】とのような円錐形試料管を同一夾角をもつ 40 円錐形キャビティを有する試料ブロックの試料ウェルの 中に押し下げ、そしてこの管中の試料混合物が円錐形体 積内にかつ試料ブロックより下に完全に横たわるとき、 ブロックと液体との間の熱伝導は列を通る試料温度のす ぐれた均一性について適切に予測可能にすることができ る。試料ブロックと試料混合物との間の熱伝導の適切な 制御を達成するために、円錐形管および試料ウェルの夾 角は密接に合致しなくてはならず、そして管およびウェ ルの円錐形表面はなめらかでありかつ平らな関係で一緒 に保持されなくてはならない。さらに、最小の限界力F 50 のマイクロ遠心器管と異なり、試料管の円錐の切頭部分

を各試料管に加えて各管を試料ウェルの中に緊密にプレ スし、こうして熱的サイクリング、例えば、図15にお いて空間291の中に捕捉された液体からの水蒸気の形 成の間、なんらかの理由で試料管が上昇またはゆるくな らないようにしなくてはならない。最後に、各管に同一 量の試料液体を充填しなくてはならない。上に列挙した 条件が満足される場合、試料ブロックと各管中の試料液 体との間の熱伝導性は、図15における円錐形プラスチ ック壁368、および円錐形試料管壁の内側表面370 における試料液体の境界層 (図示せず) の伝導性によ り、主として決定されるであろう。

【0155】プラスチック管壁の熱伝導性はそれらの厚 さにより決定され、そしてそれらの厚さは管製造の射出 成形法により密接にコントロールすることができる。試 料管中の試料液体は事実上同一の熱的性質を有する。実 験により、および計算により、成形した96ウェルのワ ンピース型マイクロタイタープレートはPCRについて 限界的にのみ可能であることが発見された。なぜなら、 アルミニウムとプラスチックとの間の熱膨張係数は、列 加熱された定盤14を推進させるレッドスクリュー31 20 を横切る試料液体への熱伝導性の均一性を破壊しうる寸 法変化に導くからである。すなわち、このようなワンピ ース型プレート中の各ウェルはプレート表面を通して各 他のウェルに円錐形されるので、ウェル間の距離はプレ ートの初期の製造時に決定されるが、プレートのプラス チックは有意に異なる熱膨張係数を有するので温度変化 とともに変化する。また、金属の試料ブロック12中の 試料ウェル間の距離は試料ブロックの温度に依存する。 なぜなら、アルミニウムは、また、プラスチックの熱膨 張係数と異なる、有意の熱膨張係数を有するからであ は、非常に多数の試料についての正確な温度制御を提供 30 る。すぐれた熱伝導性を有するためには、96ウェルの ワンピース型マイクロタイタープレート中の各試料ウェ ルは、すべての温度において試料ブロック中の対応する ウェルにおいてほとんど完全に適合するであろう。試料 ブロックの温度は非常に広い範囲の温度にわたって変化 するので、試料ブロック中の試料ウェルの間の距離はP CRサイクルの間にサイクル的に変化する。プラスチッ クおよびアルミニウムの熱膨張係数は実質的に異なるの で、試料ブロック中のウェルの分離距離はプラスチック の96ウェルのワンピース型マイクロタイタープレート の試料ウェル間の距離についてより変化する温度にわた って異なるように変化する。

> 【0156】とうして、PCR温度範囲にわたる試料管 と対応する試料ウェルとの間の完全な適合のための重要 な基準として、96ウェルの列中の各試料管は個々に自 由に横方向に動くことが必要であり、そして試料ウェル の壁を平らな接触を行うためにどんな量が必要であって も、各管は個々に自由に押し下げられなくてはならな 63.

【0157】本発明において使用する試料管は先行技術

51

の壁厚さは試料液体に出入りする熱移動を速くするため に非常に薄い。これらの上の部分は円錐形部分より厚い 壁厚さを有する。図15において、円筒形部分288の 壁厚さは一般に 0.030 インチ (0.76 mm) である が、円錐形壁368の壁厚さは0.009インチ(0. 23mm) である。薄い部分は射出成形プロセスにおいて 厚い部分より速く冷却するので、薄い部分が冷却する前 に完全な成形物を得ることが重要である。

【0158】試料管の材料は化学的にPCR反応と適合 はない。なぜなら、DNAはガラスに粘着し、そして剥 離せず、PCR増幅を妨害するからである。好ましく は、オートクレーブ処理可能なポリプロピレンを使用す る。これらの型の適当なポリプロピレンは上に識別した 通りである。あるプラスチックは、プラスチックからの ガス発生のためにあるいはプラスチック壁へのDNAが 粘着するために、PCRプロセスと適合性ではない。ボ リプロピレンはとの時点において最もよく知られている プラスチックのクラスである。

に型製造技術は、本発明を実施する目的に十分である う。 円錐形の試料管の使用は、実質的にすべての製造の 許容度の誤差を高さの誤差、すなわち、試料管を試料ウ ェルの中に配置させたとき、キャップの先端対試料ブロ ックの上部の高さの管毎の変動性に転換する。例えば、 試料管壁の角度についての角度の誤差は、管を試料ブロ ックの中に配置したとき、高さの誤差に変換される。な ぜなら、管壁の角度と試料ウェル壁の角度は一致しない からである。同様に、円錐の寸法の直径の誤差は、ま た、高さの誤差に変換される。なぜなら、管の円筒形部 30 分はより深く侵入するか、あるいは適切な寸法の管ほど 多く侵入しないからである。

【0160】列を横切る熱伝導性のすぐれた均一性のた めに、試料管と試料ウェルとの間のすぐれた適合は、熱 膨張速度の差に無関係に、0~100℃の完全な温度範 囲にわたって、すべての96ウェルについて存在しなく てはならないであろう。また、96の試料管の各々は非 常に高い程度に均一である寸法および壁厚さをもつ壁を もたなくてはならない。試料混合物を保持すべき各試料 管は取り外し可能な気密キャップを装備すべきであり、 そしてとのキャップは気密シールをつくり、との混合物 がその沸点にその付近にあるとき、反応混合物からの水 蒸気の損失を防止し、とうして試料混合物の体積が減少 しないようにする。すべてのこれらの因子は組み合わっ て、すべての96ウェルについて均一な熱伝導性を達成 する方法における、96の個々の試料ウェルをもつワン ピースのマイクロタイタープレートの製造を困難とす る。

【0161】各試料管について必要な個々の横方向およ び垂直方向の自由度を提供する構造は、本発明を実施す 50 よく理解される。図21Aおよび21B中の参照数字3

52

る目的に十分であろう。本発明の好ましい実施態様の教 示に従い、すべての前述の要件は4ピースの使い捨てプ ラスチックシステムの使用により達成された。このシス テムは、異なる熱膨張速度を補償するために必要なすべ ての方向における十分な自由度を各試料管に与えそし て、しかも、工業的標準の96ウェルのマイクロタイタ ープレートを使用して作業する大きさである他の実験室 の装置との適合性およびユーザの便利さのために、96 ウェルのマイクロタイタープレートのフォーマットで9 性でなくてはならない。ガラスはPCRの適合性材料で 10 6までの試料管を保持する。マルチビースの使い捨てブ ラスチックシステムは製造の許容度の誤差およびPCR 熱サイクルの間に直面する広い温度範囲にわたる異なる 熱膨張速度に対して非常に許容性である。

【0162】図21Aおよび21Bは、異なる熱膨張速 度を説明する十分な自由度で試料ウェルの中に複数の試 料管を保持するように組み立てられた、4ピースのプラ スチックシステムの成分の大部分の別の実施態様を断面 図で示す。図45は、使い捨てプラスチックマイクロタ イタープレートのエムレーションシステムのすべての部 【0159】普通の射出成形技術やよび射出成形のため 20 分を分解図で示す。この図面は、すべての試料管が8× 12のマイクロタイタープレートのフォーマットの96 ウェルの列でゆるく保持して、部分を通して適合してマ イクロタイタープレートを形成する方法を示す。図22 は、図21Aおよび21Bに部分的に断面図で示されて いる、本発明の教示に従うマイクロタイタープレートの フレーム342の平面図を示す。図23はフレーム34 2の底平面図を示す。図24は図22の線24-24 から取ったフレーム342の端面図である。図25は図 22の線25-25′から取ったフレーム342の端面 図である。図26は図22の線26-26′から取った フレーム342の断面図である。図27は図22の線2 7-27′から取ったフレーム342の断面図である。 図28は図22の線28-28′から取ったフレーム3 42の側面図であり、部分的に切断して下に記載するリ テイナーがフレーム342にクリップする位置を詳細に 示す。

> 【0163】図21A、21Bおよび22~28を一緒 に参照すると、フレーム342は水平のプラスチックプ レート372から構成され、ここで標準のマイクロタイ タープレートのフォーマットで9mmの中央に間隔を置い て96の孔が形成されている。8つの行A~Hおよび1 2の列1~12が存在する。行D、列7における孔37 4はこれらの孔の典型である。フレーム342中の各孔 の中に、円錐形試料管、例えば、図15に示す試料管3 76が存在する。各試料管はそれが配置されている孔よ り直径が約0.7mmだけ小さいので、孔中のゆるい嵌合 が存在する。これは図21Aおよび21Bにおいて、典 型的な孔の内側へり378とその中に配置された試料管 の側壁380との間の距離を観察することによって最も

82は、試料管376の円筒形部分の外側壁から、ま た、間隔を置いて位置する孔の対向するへりを示す。

【0164】各試料管は図15,21Aおよび21Bに 384で示された肩を有する。この肩は各試料管の円筒 形部分288の全周囲の回りに成形される。との肩38 4の直径は十分に大きいので、それはフレーム342中 の孔を通過せず、しかも付近の孔の中の隣接する管の肩 に接触するほど大きくない。いったんすべての管がフレ ーム中のそれらの孔の中に配置されると、プラスチック に最もよく示されている) はフレーム342中の開口の 中に嵌合される。このリテイナーの目的はすべての管を 所定位置に配置し、こうしてそれらはフレーム342の 中から外に落下または押し出されることができず、また フレーム342中のゆるい適合を妨害しない。各試料管 がある程度垂直に上下した後、管の肩384がリテイナ -386またはフレーム342に直面するように、リテ イナー386は大きさが決定されかつフレーム342に 適合する。こうして、フレームおよびリテイナーは、連 ートのフォーマットに提供するが、図15においてすべ ての管が最小の限界力Fの影響下にすべての温度におい てその最良の嵌合を自由に見いだすように、十分な水平 および垂直の自由度を提供する。

【0165】試料管および肩のより明瞭な外観は図29 および30を参照すると得ることができる。図29およ び30は、それぞれ、典型的な試料管の肩部分の側面図 および部分的上部断面である。プラスチックのドーム形 キャップ、例えば、下に詳細に記載するキャップは、図 内側壁390とハーメチックシールを形成する。試料管 の内側壁の中に形成されたうね392は、ドーム形キャ ップについてストップとして作用して、それ以上の侵入 を防止する。通常、ドーム形キャップはウェブにより接 続されるストリップとなる。

【0166】図31はウェブ394により接続されそし てタブ396で終わる3つのキャップを側面図で示す。 このタブは単一の引きによりキャップの列全体を除去す るのを促進する。通常、ウェブ394は試料管の上部表 らに侵入するのを防止する。各キャップはキャップと試 料管の内側壁との間にハーメチックシールを形成するう ね400を含む。図32は12の接続されたキャップの 典型的なストリップ中の3つのキャップの上面図を示

【0167】リテイナーのより詳細な理解のために、図 33~37を参照する。図33はプラスチックのリティ ナーの上面図である。図34は図33の線34-34′ に沿って取ったリテイナーの側面図である。 図35は図 54

図である。図36は図33の線36-36′に沿って取 ったリテイナーの断面図である。図37は図33の線3 7-37′に沿って取ったリテイナーの断面図である。 【0168】図33~37を一緒に参照すると、リティ ナー386は垂直壁404により取り囲まれた単一の水 平のプラスチック平面402から構成されている。平面 402はその中に形成され、4孔/群の24群に分割さ れた、8×12列の96孔を有する。 これらの群は平面 402の中に形成されたうね、例えば、うね406およ リテイナー386 (図21Aおよび21Bおよび図45 10 び408により区画されている。各孔、それらのうちの 孔410は典型的である、は直径Dを有し、との直径D は図29における直径D、より大きく、そして直径D、 より小さい。これにより、リテイナーは試料管がフレー ム342の中に配置された後、試料管の上をすべること ができるが、肩384は大き過ぎて孔410を通過でき ないので、試料管がフレームから落下するのを防止す

【0169】リテイナーはフレーム342の中に、図3 4および36に示すプラスチックタブ414により嵌合 結されると、96までの試料管をマイクロタイタープレ 20 する。とれらのプラスチックタブは、図23に示すよう に、フレーム中のスロット416および418を通して 押される。2つのプラスチックタブが存在し、各々はリ テイナーの長いへり上に存在する。これらの2つのプラ スチックのタブは図33に414Aおよび414Bとし て示されている。

【0170】図22~28のフレーム342は、その中 に配置された96までの試料管をもちそして所定位置に 嵌合されたリテイナー386をもち、単一の単位、例え ば、図21Aおよび21Bに示すような単位を形成し、 29に示す試料管の中に挿入し、そして試料管の上部の 30 これはPCR処理のために試料ブロック12の中に配置 することができる。処理後、フレーム342を試料ブロ ックの中から外に持ち上げることによって、すべての管 を同時に取り出すことができる。便利さおよび貯蔵のた めに、試料管およびリテイナーを所定位置にしてフレー ム342を、ベースと呼ぶ他のプラスチック成分の中に 挿入することができる。ベースは標準の96ウェルのマ イクロタイタープレートの外側寸法およびフットプリン ト (footprint)を有し、そして図38~44 に示されている。図38はベース420の上面図である 面398上に位置し、そしてキャップが試料管の中にさ 40 が、図39はベースの底面図である。図40は図38の 線40-40′に沿って取ったベースの側面図である。 図41は図38の線41-41′に沿って取ったベース の端面図である。図42は図38の線42-42′に沿 って取ったベースの断面図である。図43は図38の線 43-43′に沿って取ったベースの断面図である。図 44は図38の線44-44′に沿って取ったベースの 断面図である。

【0171】ベース420はプラスチックの平らな平面 422を含み、ことで傾斜したへりをもつ8×12列の 33の線35-35′に沿って取ったリテイナーの端面 50 孔が形成されている。フレーム342がベースの中に位 置しているとき、試料管の底がベース中の円錐形孔の中 に嵌合するような、寸法および間隔をこれらの孔は有 し、こうしてフレーム342を試料ブロックに取り付け るとき、試料管が保持されるのと同一のフレーム342 に対する関係で試料管は保持されている。 孔424はべ ースの中に形成された96の孔の典型であり、そして図 38,44および43に示されている。個々の試料管 は、トレーとリテイナーとの間にゆるく捕捉されている が、フレームがベースの中に挿入されているとき、しっ かり位置し、そして不動となる。典型的な試料管424 10 レーム342および試料管を露出する。次いで、フレー がベースの中に嵌合される方法は図44に示されてい

55

【0172】換言すると、フレーム、試料管およびリテ イナーがベース420の中に位置するとき、全体のアセ ンブリーは工業的に標準の96ウェルのマイクロタイタ ープレートの正確な機能的同等のものとなり、そしてそ れ以上の処理のために96ウェルの工業的に標準のマイ クロタイタープレートのための事実上任意の自動化ピペ ッティングまたはサンプリングのシステムの中に配置す ることができる。

【0173】試料管は必要な試薬および増幅すべきDN Aで充填した後、試料管にキャップすることができる。 図31および32に示すキャップのストリップの他の実 施態様において、8×12列でキャップを接続するしな やかなウェブをもつ96キャップのマット全体を使用す ることができる。これはウェブは、図31に394で示 されており、十分にしなやかであり、こうしてキャップ は試料管が小さい動きを妨害されないようにしなくては ならず、これらの試料管はすべての温度において試料管 の円錐形壁の中に完全に嵌合しなくてはならない。

【0174】管、キャップのフレーム、リテイナーおよ びベースのアセンブリーは、管の充填後、サーマルサイ クラーに入れる。そとで、フレーム、キャップ付き管お よびリテイナーのプレートはベースから1単位として取 り出される。次いで、この単位を試料ブロック12の中 に配置して、図21Aおよび21Bに示すアセンブリー を作り、管は試料ブロック中の円錐形壁の中にゆるく保 持されている。図21に示すように、フレーム342は ガードバンドの上部表面上に位置する。好ましい実施態 様において、うね366はガードバンドのみぞ78の中 40 に下向きに延びるが、これは必須ではない。

【0175】次に、加熱されたカバーは試料の上にすべ り、そして加熱された定盤を前述したようにスクリュー で下げて、フレーム342の上部へり346と接触させ る。図19における加熱された定盤14がキャップ接触 した後、数秒以内で、キャップは軟化し、そして図19 におけるレッドスクリュー312からの下向きの圧力下 に降伏する。次いで、ノブ318を回転して、図20に おけるインデックスマーク332および334を合致さ せ、これはすべての試料管を試料ブロックの中に、少な 50 に記載されている制御プログラムを実行する。好ましい

くとも最小の限界力Fおよび加熱された定盤14の間の すべての空気ギャップで、緊密にプレスさせ、試料ブロ ックおよびフレーム342の上部へり346は緊密に閉 じる。ととで、試料管は完全に閉じ、制御された環境の 中にあり、そして温度の正確なサイクリングを開始する ことができる。

56

【0176】PCRプロトコルの終わりにおいて、加熱 された定盤14は上方に、試料管から離れる方向に動 き、加熱されたカバー316は道からはずれすべってフ ム、試料管およびキャップを取り出し、そして空のベー スの中に再配置し、そしてキャップを除去することがで きる。各キャップまたはキャップのひもを引き、リティ ナーは管をトレーの中から外に出ないように保持する。 ベースの中に形成したリブ(図38~44に示されてい ない)は、図33に示すリテイナータブ414Aおよび 414Bと接触してリテイナーを所定位置にスナップし て保持し、こうしてキャップの除去により管に加えられ た力がリテイナー366を変位させないようにする。

20 【0177】明らかなように、フレーム342は、必要 に応じて、96より少ない管とともに使用することがで きる。また、リテイナー386は、必要に応じて、スナ ップを分離することによって、除去することができる。 一度に数本の管を使用し、そしてこれらの管を個々に取 り扱とき、試料ブロック上にリテイナーを使用しない で、空のフレーム342を配置することができる。次い で、ユーザは「試験管のラック」としてベースを使用 し、そしてその中に小さい数の管をセットする。次い で、管は手動で充填し、そして個々のキャップをすると 30 とができる。次いで、管を試料ブロック中のウェルの中 に個々に入れ、加熱されたカバーを閉じ、そして加熱さ れた定盤14をスクリューで下げて、マークを合致させ る。次いで、PCRサイクルを開始できる。サイクリン グが完結したとき、カバー316を除去し、そして試料 管を有効なベースの中に個々に配置する。リテイナーは との型の使用において不必要である。

【0178】図47および図48を参照すると、図1に おいてCPUブロック10により表される制御システム の好ましい実施態様のブロック線図が示される。図47 及び図48の制御エレクトロニクスの目的は、なかで も、所望のプロトコルを定めるユーザの入力データを受 けとりかつ記憶し、種々の温度センサーを読み、試料温 度を計算し、計算した試料温度をユーザが定めたPCR プロトコルにより定められた所望の温度と比較し、電力 ラインの電圧をモニターし、そしてフィルムヒータゾー ンおよびランプ冷却弁を制御して、ユーザが定めたPC Rプロトコルを実施することである。

【0179】マイクロプロセッサ(以後CPUという) 450は、下に記載しそしてソースコードの形で付録C 実施態様において、CPU450は「OKI CMOS 8085」である。CPUはアドレスバス452を推 進し、これにより図47及び図48における他の回路要 素の種々のものがアドレスされる。CPUは、また、デ ータバス452を推進し、これによりデータは図47及 び図48における他の回路要素の種々のものに伝えられ

57

【0180】付録Cの制御プログラムおよびあるシステ ム定数はEPROM456に記憶される。ユーザが入れ 測定された特性(下に記載する導入プログラムの実行) はバッテリーバックアップRAM458に記憶される。 システムクロック/カレンダー460は、制御ソフトウ ェアの説明において下に記載する、PCRの実行および 電力故障の間の事象の履歴を記録する目的で、データお よび時間の情報をCPU450に供給する。

【0181】アドレスデコーダー462はアドレスバス 452からのアドレスを受けとりそしてデコードし、そ してチップ選択バス464上の適当なチップ選択ライン を活性化する。ユーザはディスプレイ468上のCPU 20 により表示される情報に応答してキーボード466を経 てPCRプロトコルを入れる。ユーザとCPU450と の間の2ウェイ連絡は、制御ソフトウェアの説明のユー ザのインタフェースの節において以下で詳細に記載す る。キーボードインタフェース回路470はユーザのキ ーボードを、データバス454を経てCPUにより読ま れるデータに変換する。

【0182】プログラム可能な間隔タイマー472およ び474の各々はカウンターを備え、これらのカウンタ て、電力が種々のフィルムヒータゾーンに加えられる間 隔を制御する。割り込み制御装置476は、割り込み要 求をCPU450に200ミリ秒毎に送って、制御ソフ・ トウェアの説明において以下で記載するPIDタスクを CPU450に実行させる。このタスクは温度センサー を読みそして加熱または冷却の電力を計算して試料温度 を現在のレベルから、ユーザが望むレベルに動かし、と れはそのPCRプロトコルにおける時点のために実行さ れる。

【0183】UART478は、RAM480に記憶さ 40 れたデータをプリンタに出力できるように「RS23 2」インタフェース回路480にサービスする。制御ソ フトウェアは各PCRランのレコードを維持し、これは 実際に実行されたPCRプロトコルがユーザが望むPC Rプロトコル対応したというユーザの評価の目的のため のランの間に、種々の時間に存在した実際の温度に関し て実施される。さらに、特定のPCRプロトコルの間に 望む特定の時間および温度を定めるユーザが入れたデー タが記憶される。すべてのこのデータおよび他のデータ は、CPU450により同様によく読まれ、そしてUA 50 力供給498を受けとる。この+15DC信号のリバー

RT478を経てRS232ポートに連結されたプリン タに出力される。RS232インタフェースは、また、 外部のコンピュータに試験の目的でアドレスおよびデー タバスの制御をさせる。

【0184】周辺インタフェースチップ(以後PICと いう) 482は、4入力/出力レジスタのプログラム可 能なセットとして働く。パワーアップにおいて、CPU 450はアドレスデコーダー462およびチップ選択バ ス464を経てPIC482を選択する。次いで、CP たデータおよびシステム定数および導入プロセスの間に 10 UはPICへのデータワードをデータバス454を経て 書いて、どのレジスタを出力ポートおよび入力ポートに すべきかに関して、PIC482をプログラミングす る。引き続いて、CPU450は出力レジスタを使用し て、プログラム可能なアレイ論理チップ(PAL)48 4の内部の論理状態を制御するために、データバス45 4を経てCPUによりその中に書かれたデータワードを 記憶する。

【0185】PAL484は、複数の入力信号および複 数の出力信号を有する状態装置である。PALは一般に ある数の異なる状態を有する論理の列を含有する。各状 態は入力における論理状態の列またはベクトルにより定 められ、そして各状態は出力の論理状態の異なる列また はベクトルを生ずる。CPU450、PIC482、P AL484および下において定義するいくつかの他の回 路は、共働してPAL484からの種々の出力信号の異 なる状態を発生する。これらの異なる状態および関連す る出力信号は、以下に記載するように図47及び図48 に示すエレクトロニクスの作動を制御するものである。 【0186】12ビットのアナログディジタル(A/ ーはCPU450により計算されたカウントを負荷され 30 D) コンパータ486は、ライン488および490上

> のアナログ電圧をデータバス454上のディジタル信号 に変換する。これらはCPUによりA/Dコンパータの ためのアドレスを発生し、こうしてA/Dコンパータの チップ選択入力に連結したバス464上にチップ選択信 号が活性となりそしてコンバータを活性化するようにす ることによって読まれる。ライン488および490上 のアナログ信号は、2つのマルチプレクサ492および 494の出力ラインである。マルチプレクサ492は4 つの入力ポートを有し、各々は2つの信号ラインを有す る。これらのポートの各々はシステムにおける4つの温 度センサーの1つに連結されている。第1のポートは試 料ブロックの温度センサーに連結されている。第2およ び第3のポートは、それぞれ、冷却液および周囲の温度 センサーに連結されており、そして第4ポートは加熱さ れたカバーの温度センサーに連結されている。これらの 温度センサーの各1つのための典型的な回路は図49に 示されている。2、000オームの抵抗器496は、ノ ード497において、バス接続ライン(図示せず)を経 て図47及び図48における調整された+15ボルト電

スはゼンナーダイオード500をバイアスする。リバー スパイアス電流およびゼンナーダイオードを横切る電圧 低下は温度の関数である。ダイオードを横切る電圧低下 は、ライン502および504を経てマルチプレクサ2 92に入力される。各温度センサーはマルチプレクサ2 92への同様な接続を有する。

【0187】マルチプレクサ494は、また、入力ポー トを有するが、3つのみが接続されている。第1入力ポ ートは較正電圧発生器506に連結されている。との揮 発性発生器は、2つの精確に制御された電圧レベルをマ 10 ルチプレクサの入力部に出力し、そして非常に熱的に安 定である。すなわち、電圧源506により参照電圧の出 力は、少なくとも温度とともに、どくわずかにドリフト する。この電圧は時間毎にCPU450により読まれ、 そして、この参照電圧が下に記載する導入プロセスの実 行の間に測定された既知の温度において有したレベルを 表す、記憶された定数と比較される。参照電圧が測定さ れたレベルからドリフトしそして導入プロセスの間に記 憶された場合、種々の温度およびライン電圧を感知する ための使用した他の電子回路が、また、ドリフトし、そ 20 器はアナロググラウンドに対して参照される「ナショナ してそれらの出力を調節し、相応して温度測定プロセス にわたって非常に正確な制御を維持することをCPU4 50は知る。

【0188】マルチプレクサ494への他の入力は、ラ イン510を経てRMS対DCコンバータ回路512へ 連結される。この回路はステップダウントランス516 に連結された入力514を有し、そしてAC電力入力5 18にそのとき存在するライン電圧に対して比例するA C電圧を入力514において受けとる。RMS対DCコ 平均して、ライン518上のAC入力電圧に対して、ま た、比例するDC電圧をライン510上に発生する。

【0189】4つの光学的に連結されたトライアックド ライバー530, 532, 534 および536は、PA L論理484から制御バス538を経て制御信号を受け とる。トライアックドライバー530,532および5 34の各々は、3つのフィルムヒータゾーンの1つへの 電力を制御する。これらのヒータゾーンはブロック25 4,260/262および256/258 (図13にお いて使用したのと同一の参照数字)により表される。ト 40 ライアックドライバー536は、ブロック544により 表される加熱されたカバーへの電力を熱的カットアウト スイッチ546を経て制御する。フィルムヒータのヒー タゾーンはブロック熱的カットアウトスイッチ548に より保護される。熱的カットアウトスイッチの目的は、 不安定な間隔の間放置されているトライアックドライバ ーに導く破壊の場合において、加熱されたカバー上にフ ィルムヒータ/試料ブロックの溶融を防止することであ る。とのような事象が起とった場合、熱的カットアウト スイッチは過度に熱い状態を検出し、そしてライン55 50 測定する。較正電圧発生器494の出力電圧は、また、

2または554上のトライアックを遮断する。

【0190】フィルムヒータの主なヒータゾーンは36 0ワットの定格であるが、マニホールドおよびへりのヒ ータゾーンは、それぞれ、180ワットおよび170ワ ットの定格である。トライアックドライバーは「モトロ ーラ MAC 15A1015アンプトライアック」で ある。各ヒータゾーンは2つの電気的絶縁された区画に 分割され、各々は1/2の電力を消散する。2つの半分 は150ボルトのRMSより低いライン電圧518につ いて並列に接続されている。これより大きいライン電圧 について、2つの半分は直列に接続されている。これら の別の接続は「パーソナリティ」プラグ550を通して 達成される。

【0191】フィルムヒータゾーンのためのAC電力供 給はライン559であり、そして加熱されたカバーのた めのAC供給はライン560を経る。ゼロ交差検出器5 66は、ライン518上のAC電力の各ゼロ交差におい てライン568上にパルスを放射することによって、バ イアスシステムのタイミングを提供する。ゼロ交差検出 ル LM 311N」であり、そして25mVのヒステリ シスを有する。ゼロ交差検出器はトランス516からそ の入力をとり、そしてトランス516は0~240ポル トのACのAC入力信号について0~5.52ボルトの 出力AC信号を出力する。

【0192】電力トランス570はAC電力をポンプ4 1に供給し、そしてポンプ41はランプ冷却チャンネル およびバイアス冷却チャンネルを通して冷却液を送る。 冷却装置40は、また、そのAC電力をトランス570 ンバータ回路512はAC電圧を整流し、そしてそれを 30 からパーソナリティブラグ550の他の部分を経て受け とる。トランス550は、また、3つの調整された電力 供給572,498および574および1つの非調整電 力供給576に電力を供給する。

> 【0193】温度を測定する正確な目的のために、較正 電圧発生器506は1系列の非常に精確な薄いフィルム の超低温度のドリフト20Kohmの抵抗器 (図47及 び図48には示さない)を使用する。とれらの同一の超 低ドリフト抵抗を使用して、アナログ増幅器578のゲ インをセットし、そしてアナログ増幅器578はディジ タル値への変換前に選択した温度センサーからの出力電 圧を増幅する。これらの抵抗器はわずかに5ppm /℃ド リフトするだけである。

> 【0194】すべての温度センサーは、それらを(それ らが温度を測定する構造体から分離されている)をまず 安定な攪拌された油の温度記憶の浴の中に40℃におい て配置し、そしてマルチプレクサ492への入力におい て実際のオプチクス電圧を測定することによって較正さ れる。次いで、温度センサーを95℃の温度の浴の中に 配置し、そしてそれらの出力電圧を再び同一点において

マルチプレクサ494の入力において測定される。各温 度について、温度センサーの出力の各と較正電圧発生器 506により発生した電圧から生ずるディジタル出力と の間のA/Dコンバータからのディジタル出力の差を測 定する。次いで、温度変化について各々を較正するため の各温度センサーのために較正定数を較正することがで

【0195】次いで、試料ブロックの温度センサーをそ れ以上の較正手順にかける。この手順は試料ブロックを 2つの異なる温度に推進することを包含する。各温度レ 10 ベルにおいて、16の異なる試料ウェル中のブロックの 実際の温度は、16のRTD熱電対のブローブを使用し て0.02℃内で測定する。次いで、ブロックの温度に ついての平均のプロフィルを発生させ、そしてA/Dコ ンバータ464の出力は試料ブロック中のその場所にお いてブロック温度センサーを使用して測定する。これは 両者の温度レベルにおいて実施する。RTDプローブで 測定した実際のブロック温度およびブロック温度センサ -のためのA/D出力について、それ以上の較正ファク の較正はバッテリーバックアップRAM458の中に記 憶される。いったんとれらの較正ファクターがシステム のために決定されると、システムは較正の時に存在する 電気的特性から認めうるほどドリフトしないことが重要 である。したがって、低いドリフトの回路を選択し、そ して超低ドリフト抵抗器を使用することが重要である。 【0196】CPU450が試料ブロック温度を制御す る方法は、制御プログラムについて下に記載する選択を 参照することによって最もよく理解することができる。 しかしながら、図47及び図48の電子回路が制御ソフ トウェアと共働してPCRプロトコルを実施する方法を 例示するために、次を考慮する。ゼロ交差検出器566 は出力バス568の中に2つの出力を有する。 これらの 出力の1つは、ゼロ電圧参照を横切るAC信号の各ポジ ティブに行く転移についてネガティブに行くパルスを放 射する。他のものはゼロ参照電圧レベルを横切るAC信 号の各ポジティブに行く転移についてネガティブパルス を放射する。これらの2つのパルス、典型的には580 で示す、は1つの完全なサイクルまたは2つのハーフサ イクルを定める。それは200ミリ秒の試料の期間を定 40 めるバス568上のパルスのトレインである。米国にお けるような60サイクル/秒のACについて、200ミ リ秒は24のハーフサイクルを含有する。

【0197】典型的なシステム期間は図50に示す。図 50中の各「チック」マークは1つのハーフサイクルを 表す。各200ミリ秒の試料期間の間、CPU450は ユーザが定めた設定点またはインキュベーション温度に 試料ブロック温度を維持するために、あるいはPCRブ ロトコルの時間ラインにおいて特定の試料期間が存在す る場所に依存する新しい温度にブロック温度が動かすた 50 れはラジオ周波数のインターフェレンスまたは他のノイ

めに、必要な加熱または冷却の電力を計算している。各 フィルムヒータゾーンにおいて必要な電力のマットは、 各ヒータゾーンを次の200ミリ秒の試料期間の間に止 まるハーフサイクルに変換される。これらの計算を実施 する現在の試料期間の終わり直前に、CPU450はプ ログラム可能な間隔タイマ(PIT)472中の4タイ マの各々をアドレスする。各タイマに、CPUはハーフ サイクルの数を表す「現在の」カウントを構成するデー タを書き、そのタイマに関連する次の試料期間の中に止 まる。図50において、とのデータは次の試料期間の開 始時間592に直前間隔590の間にタイマに対して書 かれる。94°Cの変性温度までの急速なランプが、時間 592と594との間の試料の間隔を包含する間隔につ いてのユーザの設定点データにより要求されると仮定す る。したがって、フィルムヒータはその期間のほとんど についてオンであろう。中央のゾーンヒータが試料期間 の間の3つのハーフサイクルを除外してすべてについて オンであると仮定する。この場合において、CPU45 0は、間隔590の間の中央のゾーンヒータに関連する ターを計算することができる。そのように発生した温度 20 PIT472中のカウンターの中に3を書く。この書く 操作は自動的にタイマに、中央のゾーンヒータを制御す るバス592の特定の制御ライン上の「シャットオフ」 信号を発生させる。この「シャットオフ」信号はPAL 484に、中央のゾーンに関連するバス538中の信号 ラインの特定の1つ上に「シャットオフ」信号を発生さ せる。次いで、トライアックドライバー530は次のゼ 口交差、すなわち、時間592においてシャットオフす る。PITはライン594上のポジティブゴーイングバ ルスのパルスのトレーンをPAL484から受けとる。 30 とれらのパルスはPAL484による2ラインパス56 8上でゼロ交差パルスの、PAL484によりすべての ゼロ交差パルス上のポジティブゴーイングパルスおよび 単一のライン、すなわち、ライン594上のすべてのゼ ロ交差においてポジティブゴーイングバルスへの翻訳で ある。中央フィルムヒータゾーンに関連するPIT47 2中のタイマは、そのクロックとしてライン594上の ハーフサイクルマーキングパルスを使用して3のその現 在のカウントからカウントダウンを開始する。第3ハー フサイクルの終わりにおいて、このタイマは0に到達 し、そしてバス592上のその出力信号が状態を変化す るようにさせる。このオフからオンへの状態の転移は図 50に596で示されている。この転移はPAL484 に伝えられ、これによりPAL484はバス538上の 適当な出力信号の状態を変化させて、第3ゼロ交差でト ライアックドライバー530をオンにスイッチする。好 ましい実施態様におけるようにゼロ交差でトライアック をオンにスイッチすることによって、インジケータ(フ ィルムヒータの導体)を通して流れる高い電流のオフの スイッチングは回避されることに注意すべきである。こ

ズの発生を最小にする。各ハーフサイクルの位置を要求 される電力の計算量に従いフィルムヒータにスイッチす る技術は、また、別の実施態様として働くが、この技術 により発生するノイズのために好ましくないことに注意 すべきである。

63

【0198】PIT472および474の他のタイマ は、同様な方法において、働いて、他のヒータゾーンお よび加熱されたカバーへ加えられる電力をCPUにより 計算された電力に従い管理する。ランプ冷却は周辺イン される。各試料期間の間に実施された加熱/冷却電力の 計算がランプ冷却電力を必要とすることを示したとき、 CPU450は周辺インタフェース制御装置(PIC) 482をアドレスする。次いで、データワードは適当な レジスタの中に書かれて出力ライン600を高く推進す る。 との出力ラインは 1 対の単安定マルチバイブレータ 602および604をトリガし、これにより各マルチバ イブレータは、それぞれ、ライン606および608上 の単一のパルスを放射する。これらのパルスの各々は、 ちょうど1アンペアおよびほぼ100ミリ秒のパルス期 20 ユーザに警告する。 間の下でピーク電流を有する。これらのパルスの目的 は、ランプ冷却流れを急速にオンにすることが非常に困 難であるランプ冷却チャンネルを通る流れを制御するソ レノイド弁コイルを推進させることである。ライン60 6上のパルスは、ドライバー610に、ソレノイド作動 弁の1つのソレノイドコイルの1つの側に連結されたラ イン612を接地させる。コイル614の他方の端末は 電力供給576からの+24ボルトのDCで電力供給 「レール」616に連結されている。ワンショット60 動弁を制御し、そしてワンショット604は反対方向の 流れのためのランプ冷却ソレノイド作動弁を制御する。 【0199】同時に、ライン600上のRCOOL信号 の活性化はドライバー618を活性化する。 とのドライ バーは電流制限抵抗620を通してライン612を接地 させる。との電流制限抵抗の値は、ライン622を通し て流れる電流がソレノイド弁614を開かせて保持する ために必要な保持電流に少なくとも等しいような値であ る。ソレノイドコイルは、ソレノイド作動弁をオンする るためには実質的に少ない電流を必要とするという特性 を有する。ライン606上の100ミリ秒のパルスが止 んだとき、保持電流のために抵抗器620およびドライ バー618を通る接地接続のみを残して、ライン612 を直接接地させる。

【0200】ソレノイド弁614は1/2ランプ冷却 管、すなわち、試料ブロックを通して1つの方向に冷却 液を運ぶ管、のみにおいて試料ブロックを通るランプ冷 却冷却液の流れを制御する。他のソレノイド作動弁62 4は、対向する方向で試料ブロックを通る冷却液の流れ 50 【0205】PIC482は、また、加熱されたカバー

を制御する。との弁は、ドライバー626および62 8、ワンショット604およびライン608により、ソ レノイド作動弁614と正確に同一の方法で駆動され る.

【0201】ランプ冷却の必要性は試料期間毎に1回評 価される。ブロック温度を測定しそしてそれをランプ冷 却がもはや必要ではない所望のブロック温度と比較する ことによって、制御ソフトウェアのPIDタスクが決定 されたとき、ライン600上のRCOOL信号が不活性 タフェース482を通して直接CPU450により制御 10 化される。これは、CPU450により、PIC482 をアドレスし、そしてライン600に連結されたPIC 482中のレジスタ中の適当なビットの状態を逆転する データをそれに書き込むことによって実施される。

> 【0202】PIT474は、また、2つの他のタイマ を有し、これらは20Hzの割り込みおよび加熱LED加 熱を計時し、加熱LEDは試料ブロックが熱くそして接 触に危険であるときを視的指示を与える。システムは、 また、ビーパーワンショット630およびビーパー63 2を含んで、不正確なキーストロークがなされたときを

【0203】プログラム可能な割り込み制御装置476 を使用して、レベル1-テスト;レベル2-20Hz;レ ベル3-トランスミット・レディ;レベル4-レシーブ ・レディ;レベル5-キーボード・割り込み;レベル6 -メインヒータ・ターンオン; および、レベル7-AC ラインのゼロ交差からなる7の割り込みを検出する。プ ログラム可能な割り込み制御装置482は、マルチプレ クサ492および494を制御するための4つの出力 (図示せず)を有する。これらの信号「MUX1 E 2は1つの方向の流れのためのランプ冷却ソレノイド作 30 N」および「MUX2 EN」は、マルチプレクサ49 2および494の一方または双方を使用可能とするが、 信号「MUV0およびMUV1は増幅器578への入力 にどのチャンネルを選択するかを制御する。これらの信 号は、2つのマルチプレクサからの1つのチャンネルの みを任意の1つの時間に選択できるように管理される。 【0204】「RLTRIG*」信号は、CPUがクラ ッシする場合PAL484への信号「TIMEOUT EN*」の活性化を経てヒータを無能化するヒータのタ イムアウトワンショット632をリセットする。すなわ ために大きい電流を必要とするが、弁を開かせて保持す 40 ち、ワンショット632は、すべてのヒータゾーンを無 能化する信号「TIMEOUT EN*」をそれが活性 化する前に、各トリガ後、それが待つ前以て決定した間 隔を有する。CPU450はルーチンを周期的に実行 し、これはPIC482をアドレスしそしてデータを適 当なレジスタに書き込んで、ライン634上の信号を活 性化してワンショット632をトリガする。CPU45 0がなんらかの理由で「クラッシ」しそしてとのルーチ ンを実行しない場合、タイルアウトワンショット632 はすべてのヒータゾーンを無能化する。

および試料ブロックのヒータを無能化するための出力 「COVHTR EN*」および「BLKHTREN *」(図示せず)を有する。これらの信号の両者は低く 活性化し、そしてそれらはバス636を経るPAL48 4へ出力される。PIC482は、また、信号「BEE P」および「BEEPCLR*」をバス640上に出力 してビーバーワンショット630を制御する。

【0206】PIC482は、また、信号「MEMI」 (図示せず)を出力し、この信号はEPROM456の 高いアドレス区画とバッテリーRAM458の低いアド 10 レスとの間のページをスイッチするために使用される。 2つの他の信号「PAGESELO」および「PAGE SEL1」(図示せず)は出力されて、EPROM4 56中の4つの16Kページの間を選択する。

【0207】4つの温度センサーは、10mV/ Kのゼ ンナー電圧/温度依存性をもつナショナル LM 13 5ゼンナーダイオード型のセンサーである。ゼンナーダ イオードは20Kの抵抗器496を通して調整された電 力供給498から推進される。ゼンナーを通る電流は、 615 µ Aの間で変化する。ゼンナーそれ自体の加熱 は、同一範囲にわたって1.68mw~2.10mwの間で 変化する。

【0208】マルチプレクサ492および494はDG 409アナログスイッチである。ライン488および4 90上の電圧は、V。」、=3*V., -7.5の移動関数 をもつAD625KN計器増幅器により増幅される。0 °C~100°Cにわたって2.73~3.73のゼンナー 温度センサーの出力で、増幅器578の出力は0.60 内にきっちり入る。

【0209】高度に精確なシステムの実施に対する重要 なことは、すぐれた精度および周囲温度の変化によるド リフトが低いことである。これらの目標の両者は、精確 な電圧参照源、すなわち、較正電圧発生器506を使用 し、そして、温度センサーの出力およびライン510上 のACライン電圧をモニターするために使用されるのと 同一のエレクトロニクスのチェインを通るその出力を連 続的にモニターすることによって達成される。

【0210】較正電圧発生器506はライン650およ 40 び652上に2つの精確な電圧を出力する。一方の電圧 は3.75ボルトであり、そして他方は3.125ボル トである。これらの電圧は、抵抗器間の0.05%の合 致および抵抗器間の5 ppm /℃の温度ドリフトをもつ、 1ストリングの超低ドリフトの統合された薄いフィルム の抵抗器を使用して、調整された供給電圧を分割すると とによって得られる。較正電圧発生器は、また、A/D コンバータ参照電圧について-5ボルトおよび計器増幅 器オフセットについて-7.5ボルトを発生する。これ らの2つの電圧はライン (図示せず) によりA/D48 50 て不規則性に関する特別の状態または誤まったメッセー

6 および増幅器578に伝えられる。これらの負の電圧 は、同一薄いフィルムの参照電圧のネットワークおよび OP27GZオペアンプ(図示せず)を使用して発生さ れる。操作増幅器578のためのゲイン設定抵抗器は、 また、超低ドリフトの薄いフィルムの統合された合致抵 抗器である。

【0211】制御ファームウェア、制御エレクトロニク スおよびブロックの設計は、PCRプロトコルのウェル 対ウェルおよび計器対計器の輸送性が可能であるように 設計される。高い処理の実験室は、実験室の人員の広い スペクトルについて使用容易でありそして必要とする訓 棟が最小である計器から利益を得る。本発明のためのソ フトウェアは、複雑なPCRサーモサイクリングのプロ トコルを取り扱うと同時にプログラムが容易であるよう に開発された。さらに、それは電力の中断の間の試料の 統合性を保証するような安全装置をもって提供され、そ して安全な記憶装置の中に各ランの詳細な事象を書き込 むことができる。

【0212】システムが適切に作動していることを保証 0°C~100°Cの操作範囲にわたってほぼ560µA~ 20 するために、図54~図57に示したパワーアップ自己 検査を完結した後、本発明のユーザのインタフェース は、ファイルを実行し、つくりまたは編集し、またはユ ーティリティファンクションをアクセスするようにユー ザを招待する、簡単なトップレベルのメニューを提供す る。プログラミングの技能は要求されない。なぜなら、 前以て存在する不足のファイルは個別化した時間および 温度を使用して編集し、次いで後の使用のために記憶装 置に記憶することができるからである。ファイルは、通 常、所望の温度を保持するか、あるいはサーモサイクリ ボルト~3.69ボルトであり、これはA/D入力範囲 30 ングするための命令の組から成る。複雑なプログラムは ファイルを一緒にリンクしてある方法を形成することに よってつくられる。普通に使用されるファイル、例え ば、サーモサイクル後の4℃インキュベーションは、他 のユーザにより、記憶され、そして方法に組み込むこと ができる。新しい型のファイル、AUTOファイルは、 パラメータの制御にいくつかの型の変化のどれが各サイ クル:時間の増加(オートセグメントの伸長、収率の増 大するため)、時間の減少、または温度の増加または減 少、を起こすかを特定できるようにする、PCRサイク リングのプログラムである。最高の制御の精度および最 も信頼性がある方法の転移のために、温度は0.1℃に 安定であり、そして時間は最も近い秒にプログラミング される。本発明は、ランの間の1または2以上の設定点 で特定したサイクルにおける試薬の添加および管の取り 出しのための、計画を立てたPAUSEをブログラミン グする能力を有する.

> 【0213】本発明のシステムは、各ランのための50 0の記録履歴を記憶する能力を有する。この特徴によ り、各サイクルにおいて個々のステップを概観し、そし

ジをフラッグすることができる。 オプショナルのプリン タを使用して、本発明はファイルおよび方法のパラメー タ、時間/日付のスタンプをもつラン - 時間時間/温度 のデータ、形状のパラメータ、および分類されたファイ ルのディクショナリーのハードコピーのドキュメンテー ションを提供する。

【0214】再現性あるサーモサイクリングを保証する ために、計算した試料の温度は各サイクルのランプおよ び保持セグメントの間に表示される。セットした温度よ - 時間のクロックをトリガするが、これはユーザにより 変更されることができる。管の型および体積についての 適切な時間を使用すると、試料は、常に、長いまたは短 いインキュベーション時間がプログラミングされるかど うかに無関係に、同一精度で所望の温度に到達する。ユ ーザは変性されたプライマーの特殊化されたアニーリン グの要件、または非常にGCに富んだ標的のための非常 に短い(1~5秒)高度の変性についてゆっくりしたラ ンプをプログラミングすることができる。知能の欠乏は 2および3温度のPCRサイクルについて前以てプログ 20 能力。 ラミングされる。

【0215】診断テストをアクセスして、加熱および冷 却のシステムの状態をチェックすることができる。なぜ なら、ソフトウェアはPass/Failのレポートを 与えるからである。さらに、システム実行のプログラム は包括的なサブシステムの評価を実施し、そして要約の 状態のレポートを発生する。制御ファームウェアは、以 下に列挙するいくつかのセクションから構成される:

- 診断
- 較正
- 導入
- 実時間オペレーション
- システムを管理する9つの優先化タスク
- スタートアップシーケンス
- ユーザのインタフェース

ファームウェアの種々のセクションを、テキスト的な記 述、擬似符号または両者で記述する。

【0216】ファームウェアの特徴は、次の通りであ る:

- らびに試料ブロック中のウェルの間のような温度の不均 一性を+/-0.5℃内に維持する制御システム。
- 2. ライン電圧の変動およびエレクトロニック温度ドリ フトを測定および補償する温度制御システム。

【0217】3. システムの成分が働いているかどうか を決定する広範なパワーアップ診断。

- 4. 加熱および冷却のシステムが適切に働いているかを 評価する導入プログラムにおける包括的な診断。
- 5. オペレーターのメニューへの依存性を最小にして計 器のオペレーションを可能とするメニュー推進システム 50 ランプ冷却弁、EPROM不一致のチェック、ファーム

を使用する、論理および有機化されたユーザのインタフ ェース。

【0218】6. 17までのPCRプロトコルをリンク しそしてそれらを1つの方法として記憶する能力。

7. 150までのPCRプロトコルおよび方法をユーザ のインタフェースの中に記憶する能力。

8. シーケンスタスクの一部分として前のランの500 までの事象をレコードする履歴ファイル。

【0219】9. 最大の温度の精度および制御のために り1°低い温度を通常使用してランブ-時間および保持 10 ランの開始の反応体積および管の大きさ型をユーザのイ ンタフェースの一部分として定めそしてPIDタスクに おけるタウ(管の時間定数)を変更する能力。

> 10. 電力破壊から回復したとき、システムは試料ブロ ックを4°Cに推進して、試料隔室の中に負荷できる試料 を救う。アナライザーは、また、シーケンスタスクの一 部分として電力破壊の期間をレポートする。

> 【0220】11. 履歴ファイルの内容、「ラン時間」 パラメータおよび記憶されたPCRプロトコルのパラメ ータをプリントタスクのパラメータとしてプリントする

> 下に記載する診断のいくつかのレベルが存在する: 1系 列のパワーアップテストは、計器がオンにされる毎に、 自動的に実施する。それらはユーザの介在なしにハード ウェアのクリティカル領域を評価する。成分の故障を検 出するテストを再び実行することができる。テストが2 回失敗した場合、エラーのメッセージは表示され、そし てキーボードは電子的にロックされて、ユーザが続ける のを防止する。

【0221】次の領域をテストする:プログラム可能な 30 周辺インタフェース装置、バッテリーRAM装置、バッ テリーRAM検査合計、EPROM装置、プログラム可 能なインタフェースタイマ装置、クロック/カレンダー 装置、プログラム可能なインタフェース制御装置、アナ ログ対ディジタルセクション、温度センサー、適切な構 成プラグの検証。

【0222】1系列のサービスオンリー診断は、製造業 者の場所における最後のテスターにおよび「隠れた」キ ーストロークシーケンス(すなわち、カスタマーに未知 の) によるフィールドサービスエンジニアーにとって利 1. 平均試料ブロック温度を+/-0.1℃に管理しな 40 用可能である。テストの多くは、99回まで連続的に実 行することができる以外、診断を開始するときのテスト と同一である。

> 【0223】次の領域をテストする:プログラム可能な 周辺インタフェース装置、バッテリーRAM装置、バッ テリーR A M検査合計、E P R O M装置、プログラム可 能なインタフェースタイマ装置、クロック/カレンダー 装置、プログラム可能なインタフェース制御装置、アナ ログ対ディジタルセクション、RS-232セクショ ン、ディスプレイセクション、キーボード、ピーパー、

ウェアのバージョンレベル、バッテリーRAM検査合計 および初期化、自動開始プログラムフラッグ、較正フラ ッグのクリア、加熱されたカバーヒータおよび制御回 路、へりヒータおよび制御回路、製造のヒータおよび制 御回路、中央ヒータおよび制御回路、試料ブロックの熱 的カットオフテスト、加熱されたカバーの熱的カットオ フテスト。

【0224】ユーザの診断を、また、使用して急速な冷 却および加熱のランプの検証および加熱および冷却シス テムの広範な確証を実施することができる。これらの診 10 【0228】4つの温度センサー(試料ブロック、周 断、また、使用して、前のランにおいて起こった事象の 順次のレコードである、履歴ファイルを見ることができ る。レコードは、時間、温度、設定点の数、サイクルの 数、プログラムの数および状態のメッセージを含有す る。

【0225】遠隔診断を使用して、RS-232ポート を経る外部のコンピュータからのシステムを制御すると とができる。制御はサービスの診断および計器の較正の みに限定される。種々のプライマー、例えば、ヒータの ーンに対してアクセスは、「隠れた」キーのシーケンス (すなわち、カスタマーに未知である) により限定され る。次のパラメータを較正する:構成プラグは、冷却装 置、試料ブロックヒータ、冷却液ポンプおよび適切な電 圧および周波数(100V/50Hz、100/60Hz、 z)のための電力供給を再配線するモジュールである。 ユーザは導入した構成プラグの型を入力する。ファーム ウェアはこの情報を使用して試料ブロックのヒータの同 等の抵抗を計算する。パワーアップすると、システムは 30 選択した構成プラグが電流ラインの電圧および周波数と 一致するととを検証する。

【0226】ヒータの抵抗は、供給されるヒータ電力の 正確な較正を実施できるように、較正プロセスにおいて 決定しなくてはならない。ユーザは6つの試料ブロック ヒータ(2つの主ヒータ、2つのマニホールドヒータお よび2つのへりヒータ)の実際の抵抗を入力する。構成 プラグはヒータを220~230 VACオペレーション について直列におよび100~120VACオペレーシ ョンについて並列に配線する。ファームウェアは、次の 40 式により3つのヒータの各々の同等の抵抗を計算する: (7) $100 \sim 120 \text{ VAC}$ について: $R_{eq} = (R_1 *$ R_1) $/R_1 + R_2$

(8) $220 \sim 230 \text{ VAC}$ について: $R_{eq} = R_1 + R$

同等の抵抗を使用して試料ブロックへの加熱電力の正確 な量を誘導する(電力=電圧'×抵抗)。

【0227】A/D回路の較正は、温度が正確に測定で きるようにするために必要である。これは2つのテスト 点の電圧(CPUボード上のTP6およびTP7)を測 50 る。

定し、そして測定した電圧を入力することによって実施 される。各電圧におけるA/Dの出力は2点の検量線の 基礎を形成する。とれらの電圧は5ボルトの精度の源か ら誘導され、そして正確でありそして温度依存性であ る。各ランの開始において、これらの電圧は温度のため の電子的ドリフトを測定するシステムにより読まれる。 なぜなら、A/D出力の変化はアナログチェイン(マル チプレクサ、アナログ増幅およびA/Dコンバータ) に おける温度依存性のためからである。

囲、冷却液および加熱されたカバー)の較正は、正確な 温度測定について実施される。計器の中への導入の前 に、周囲、冷却液および加熱されたカバーの温度センサ ーは水浴の中に配置され、ここでそれらの出力は記録さ れる(YYYYmVにおけるXX. X℃)。次いで、これ らの値をシステムに入力する。これらの領域における温 度の精度はクリティカルではないので、1点の検量線を 使用する。

【0229】試料ブロックのセンサーを計器中で較正す 抵抗などを決定するための較正を実施する。較正スクリ 20 る。15の正確な温度プローブの列は、好ましい実施態 様において試料ブロックの中に戦略的に配置する。温度 プローブの出力を集め、そしてコンピュータにより平均 する。ファームウェアはブロックに40°Cに行くように 命令する。短い安定化期間後、15プローブにより読ま れるものとして平均のブロック温度を入力する。この手 順を95℃において反復して2点の検量線を形成する。 【0230】AC対DCライン電圧のサンプリング回路 の較正は、2つの所定のAG入力電圧についてのAC対 DC回路の出力をシステムに入力し、2点の検量線を形 成することによって実施する。回路の出力は要求される 範囲(90~260VAC)にわたって非直線であり、 したがって各端において2点(100および120、2 20および240VAC)を必要とし、そして電流入力 電圧に基づいて1セットを使用する。

> 【0231】AC電圧の正確な測定値は正確な量の電力 を試料ブロックへ供給するために必要である(電力=電 圧'×抵抗)。導入プログラムは、冷却および加熱シス テムの広範なテストを実施する診断道具である。導入の 測定値および計算値は、冷却コンダクタンス、10℃お よび18℃におけるランプ冷却コンダクタンス、10℃ および20℃における冷却電力、試料ブロックの熱的お よび冷却液の容量および試料ブロックのセンサー遅れを 制御する。導入の目的は3倍である:

1. 限界のまたは故障の成分を暴露する。

【0232】2. 測定された値のいくつかをバッテリー バックアップRAMの中に記憶されたシステム定数とし て使用して、所定の計器についての制御システムを最適 化する.

3. 経時的加熱および冷却システムの規模縮小を測定す

システムを輸送する前に、導入を実行しそして、また、 使用前にまたは主要な成分が置換されたときはいつで も、実行すべきである。導入プログラムは、また、ユー ザの診断の下でユーザにより実行することができる。 【0233】ヒータのピングテストは、ヒータが電流ラ イン電圧のために適切に構成されることを検証する(す なわち、90~132 VACについて並列および208 ~264VACについて直列)。ファームウェアは1バ ーストの電力を試料ブロックに供給し、次いで10秒の 時間期間にわたる温度上昇をモニターする。温度上昇が 10 加えられる積分することによって測定させる。ブロック 特定したランプ速度のウインドーの外側にある場合、ヒ ータは電流ライン電圧について不正確に配線され、そし て導入プロセスは停止される。

【0234】制御冷却コンダクタンステストは試料ブロ ックを横切る制御冷却パッセージへの熱コンダクタンス K、を測定する。このテストはまず試料ブロック温度を 60℃に推進し(ランプ弁を閉じる)、次いでブロック を60℃に30秒の時間期間にわたって維持するために 要求されるヒータ電力を積分する。積分された電力を間 で割る。

(9) K, = Σヒータ電力 (60°) /∑ (ブロックー 冷却液温度)

典型的な値は1.40~1.55ワット/℃である。低 いK、はライナーの詰まりを示す。高いK、は完全に閉 じていないランプ弁、ライナーの直径の外側への冷却液 の漏れ、またはシフトしたライナーのためであることが ある。ブロックの熱容量(Blk Cp)テストは、ま ずブロックを35℃に制御し、次いで最大電力をヒータ を測定する。試料ブロックの熱容量は、積分された電力 /ブロック温度の差に等しい。精度を増加するために、 バイアス冷却の電力の作用は増加された電力から減ず

(10) Blk Cp=ランプ時間*(ヒータ-制御冷 却電力) /△温度

ととで、

ランプ時間=20秒、

ヒータ電力=500ワット、

制御冷却= (Σブロックー冷却液温度) * Κ ...

△温度=TBlock,-,。-TBlock,-。

Blk Cpの典型的な値は540ワット-秒/℃±3 Oである。正常のK.c値を仮定するとき、ブロックの熱 容量の増加は熱的負荷、例えば、フォームのバッキング 中の湿気、試料ブロックの回りの絶縁損失、またはヒー タ電力の減少、例えば、6のヒータゾーンの1つの故障 またはヒータゾーンを推進する電子回路の故障、または 不正確さまたは不正確に配線されている電圧構成モジュ ールのためである。

システム冷却出力(ワット)を測定する。所定の温度に おけるシステム冷却電力または冷却出力は、その温度に おける熱的負荷の合計に等しい。主な成分は次の通りで ある:1. 所定の温度にブロックを維持するために要求 される加熱電力、2. システムの回りに冷却液を循環さ せるために使用するポンプが消散する電力、および3. 周囲への冷却液ライン中の損失。電力パラメータは、冷 却液の温度を10℃または18℃に制御し、そして32 秒の間隔にわたって一定の冷却液温度に維持するために 温度と冷却液温度との間の差は、また、積分して周囲温 度への損失をクリアする。

(11) 冷却温度= Σ加熱電力+ポンプ電力+ (Kam $b*\Sigma(blk-cooltemp))$ ととで、

加熱電力=冷却液を10℃または18℃に32秒の時間 にわたって維持するために要求される加熱電力の合計、 ポンプ電力=循環ポンプ、12ワット、

Kamb=周囲へのコンダクタンス、20ワット/℃、 隔にわたるブロック温度と冷却液温度との間の差の合計 20 blk-cool temp=32秒の時間にわたるブ ロックおよび冷却液温度の差の合計。

【0236】冷却電力のための典型的な値は、10℃に おいて230ワット±40および18°Cにおいて370 ワット±30である。低い冷却電力は、ファン通路の障 害、欠陥のあるファン、または冷却装置の限界のまたは 故障のためである。それは、また、電圧構成プラグの配 線の誤まりであることがある。ランプ冷却コンダクタン ス(K。) テストは、10℃および18℃における試料 ブロックを横切るランプおよび制御冷却通路への熱コン へ20秒間加えるととによって、試料ブロックの熱容量 30 ダクタンスを測定する。このテストは、まず冷却液温度 を10℃または18℃において制御し、次いで、30秒 の時間の間隔にわたって、所定の温度に冷却液を維持す るために要求される加熱電力/その時間にわたるブロッ ク温度および冷却液温度の差を積分することによって実 施される。

> (12) K。= Σ加熱電力/Σ(ブロックー冷却液温 度)

K. について典型的な値は10℃において28ワット/ **℃±10℃および18℃において31ワット/℃±3で** 40 ある。低いK。は閉じたまたは障害されたランプ弁、キ ンクした冷却液管、弱いポンプまたは硬水/プレストン (登録商標) 混合物のためであることがある。

【0237】センサー遅れテストは、まずブロック温度 を35℃に制御し、次いで500ワットのヒータ電力を 2 秒間加え、そしてブロックを1 ℃上昇するために要求 される時間を測定することによって、ブロックセンサー 遅れを測定する。典型的な値は13~16単位であり、 ととで各単位は200ミリ秒に等しい。遅いまたは長い センサー遅れは、センサーとブロックとの間の劣った界 【0235】冷却テストは10℃および18℃における 50 面、例えば、熱的グリースの欠如、センサーのキャビテ

ィの劣った機械加工またはセンサーの故障のためである ととがある。

73

【0238】残りの導入テストは現在導入プログラムに より実行されるが、それらは計算された値であるか、あ るいは多数の変数をもつので、それらの結果が問題の源 を正確に決定しない関数であるという事実のために、制 限された診断の目的を有する。導入プログラムは18℃ と10℃との間のランプ冷却コンダクタンス(S。)の 勾配を計算する。それはコンダクタンス曲線の直線性の 測度である。それは、また、0℃におけるランプ冷却コ 10 実際に測定したライン電圧を含有する変数(ライン電 ンダクタンスを概算するために使用する。典型的な値は 0.40±0.2である。値の広がりは、それがちょう ど近似値であるという事実を証明する。

 $(13) S_c = (Kc 18^{\circ} - Kc 10^{\circ}) / (1$ 8°C-10°C)

導入プログラムは、また、冷却コンダクタンスK。。を計 算する。K。は0℃における冷却コンダクタンスは10 ℃における実際のコンダクタンスから外挿される。典型 的な値は23ワット/℃±5である。使用した式は次の 通りである:

 $(14) K_{co} = Kc_10 - (Sc * 10 °C)$ 導入プログラムは、また、冷却液容量(Cool C p)を計算し、との冷却液容量は全体の冷却液の流れ (冷却液、ポンピングライン、熱交換器、および弁)の 熱容量の近似値である。冷却容量は、冷却液の中に熱を 送る成分-冷却液から熱を除去する成分に等しい。これ らの成分を測定しそして計算するために使用した機械は 複雑であり、そして源コードの説明のセクションにおい て詳細に記載する。この測定において、冷却液は10℃ 128秒間試料ブロックに加える。

- (15) Cool C,p = 加熱源 冷却液源
- (16) Cool Cp=加熱電力+ポンプ電力+Ka $mp * (\Sigma Tamp - \Sigma Tcool)$
- Block Cp*(Tblock, Tblo ck....)
- Tblock...。とTblock...... との間の平 均冷却電力
- { } 内に囲まれた文字は源コードにおいて使用した可 変の名前を示す。

ヒータピンテスト擬似コード:ヒータピンテストは、ヒ ータが電流ライン電圧のために適切に配線されていると とを検証する。

【0239】試料ブロックおよび冷却液を既知のおよび 安定な点にする。

ランプ冷却弁をオンにする

ブロックおよび冷却液が5°C以下になるのを待つ

 $\{dt_sum\} = 0$ {main_pwr_sum} = 0 (主ヒータ電力の合計)

* ランプ冷却弁をオフにする

ブロック温度の低下を10秒の時間間隔にわたって測定 することによって、制御冷却の冷却効果を測定する。測 定を行う前に安定化のために10秒待つ。

10秒待つ

templ=ブロック温度

10秒待つ

temp2=ブロック温度

 $\{tempa\} = temp2 - temp1$

圧)を検査する。190 V より大きいライン電圧につい て75ワットで、あるいは140Vより小さい場合30 0 ワットでヒータをパルスする。

({ライン電圧} > 190 V) の場合、75 ワットをヒ ータに供給する

そのほかに300ワットをヒータに供給する

10秒の時間の期間にわたる時間上昇を測定する。この 結果は0.01°/秒の平均の熱速度である。

templ=ブロック温度

20 10秒待つ

temp2=ブロック温度

 $\{tempb\} = temp2 - temp1$ 制御冷却効果から平均加熱速度 { t e m p b } を減じて

真の加熱速度を計算する。

(17) heat_rate = {tempb} - {te

heat_rateを評価する。220~230Vにつ いて、加熱速度は0.30°/秒より小さくあるべきで ある。100~120 Vについて、加熱速度は0.30 において安定化されることができる。最大ヒータ電力を 30 °/秒より大きくあるべきである。(ライン電圧=22 OVおよびheat_rate>0.30°/秒)であ る場合、

エラー->120について配線されたヒータ

ロックアップキーボード (ライン電圧=120Vおよびheat_rate<

0.30°/秒)である場合、 エラー->220について配線されたヒータ

ロックアップキーボード

KCCテスト擬似コード: このテストはKccとしてまた 40 知られている制御冷却を測定する。

【0240】K、は60℃のブロック温度において測定 した。ブロックを60℃に推進する

ブロック温度を60℃に300秒間を維持する

30秒の時間の期間にわたって試料ブロックのヒータに 加えられている電力を積分する。ブロック温度を制御冷 却バイアスで維持するために要求される電力を測定およ び積分する。

(デルタ温度の合計)

{aux pwr sum} = 0 (補助ヒータの電力の合計)

```
特開平6-233670
```

(39)

```
(カウント=1~30)
              {dt sum} = {dt sum} + (ブロック温度 - 冷却液温度)
             1秒待つ
主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電力を蓄積す
                              *て200ミリ秒毎に合計する。
る。実際のコードはPID制御タスクにあり、したがっ*
              {main pwr _ sum } = {main_pwr _ sum } + {actual_power }
              {aux _pwr _sum } = {aux _pwr _sum } + {aux1_actual} + {aux2_
           _actual}
             }
電力の合計を温度の合計で割ることによってコンダクタ
                                ※する
ンスを計算する。単位は10mV/℃であることに注意す
                                 ブロック温度を35°Cに5秒間を制御し、そして初期温
                                 度を制御する。
る。
                                 initial_temp=ブロック温度
(18) K_{c} = (\{\text{main\_pwr}\_\text{sum}\} + \{\text{aux}\_\text{pw}\}
                                 最大電力をヒータに20秒間供給し、その間ブロック温
r sum ) / {dt sum }
                                 度対冷却液温度の差ならびにヒータ電力を合計する。
BLOCK CPテスト擬似コード: このテストは試料
ブロックの熱容量を測定する。ブロックを35℃に推進※
             500ワットを推進する
             \{dt sum\} = 0
              (カウント=1~20秒)
              {dt_sum} = {dt_sum} + (ブロック温度 - 冷却液温度)
             1秒待つ
                                 そして安定化された。32秒にわたって、120℃の冷
(19) delta temp=ブロック温度-ini
                                 却液温度を維持するために加えていた電力を積分する。
tial temp
ランプの間に起とる制御冷却のための冷却電力のジュー
                                       {cool init} =冷却液温度
                                       \{main_pwr_sum\} = 0
ルを計算する。
                                       \{aux_pwr_sum\} = 0
(20) cool_joule=制御冷却コンダクタン
                                       {delta_temp_sum} = 0
ス(K,,) * {dt_sum}
                                      (カウント=1~32) について
主ヒータおよび制御冷却からブロックへ加えられる合計
のジュールを計算する。間隔にわたる温度変化で割って
熱容量を計算する。
                                 主ヒータおよび補助ヒータ加えた電力を蓄積する。実際
(21) Block Cp=ランプ時間*(ヒータ電力
                                 のコードは制御タスクにある。
-cool_joule)/delta_temp
                                 [0241]
ととで:ランプ時間=20秒
ヒータ電力=500ワット
COOL PWR 10: Cのテストは冷却電力を10
°Cで測定する。冷却液温度を10°Cで制御し、そして1
20秒間安定化する。
   カウント=120
    (カウント!=0) の間実施する
     {
     (冷却液温度=10±0.5℃)の場合、
    カウント=カウント-1
   そのほかに
    カウント=120
    1秒符つ
との時点において、冷却液は10℃に120秒間あり、 50
```

```
77
{main_pwr _sum } = {main_pwr _sum } + actual_power
{aux _pwr _sum } = {aux _pwr _sum } + aux1_actual + aux2_actu
delta _temp_sum = delta _temp_sum + (周囲温度-冷却液温度)
1秒待つ
}
```

* init * 550 J

における冷却電力を計算する。

(23)

積分間隔の間に冷却液質量に添加されたエネルギーのジ ュール数を計算する。「(冷却液温度-cool in it)」は積分間隔の間の冷却液温度の変化である。5 50は冷却液のCp(ジュール)であり、こうして積は 10 秒を得る。 ジュールである。それは冷却液に添加され余分の熱を表 し、これは冷却液を積分間隔の間に設定点からドリフト させる。このエラーは冷却液電力の計算前に加えられた 合計の熱から減ずる。

(22) cool init=(冷却液温度-cool*

(24) Power₁₀ °C = main_power _sum + PUMP PWR+(K_AMB * delta _te __sum)

ととで:

{main_pwr_sum} =間隔にわたるヒータ電 力の合計

PUMP PWR=12ワット、冷却液を計算するポン プ

delta_temp_sum=間隔にわたる周囲-冷

K AMB=20ワット/K、冷却から周囲への熱的コ ンダクタンス

KC 10テスト擬似コード: このテストはランプ冷却 コンダクタンスを10℃で測定する。

【0242】冷却液温度を10℃±0.5に制御し、そ

してそれを10秒間安定化する。この時点において、冷※30

※却液は設定点にあり、そして制御されている。30秒の 時間間隔にわたって、冷却液温度を10℃に維持するた 20 めにヒータに加えられている電力を積分する。ブロック

主電力の合計を補助ヒータの合計に添加して、32秒で

消散したジュールを得る。32で割って平均ジュール/

すべての冷却電力成分を合計することによって、10℃

m } + {aux _pwr _sum } -cool_init) /32

{main pwr sum } = ({main pwr su

温度を冷却液温度との間の差を合計する。

主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電力を蓄積す る。実際のコードはPID制御タスクにある。

[0243]

```
{main pwr sum } = {main pwr sum } + actual power
{aux _pwr _sum } = {aux _pwr _sum } + aux1_actual + aux2_actu
                  al
{dt sum } = {dt sum } + (ブロック温度-冷却液温度)
1秒待つ
}
```

合計期間にわたってブロックに供給されたエネルギー (ジュール)を計算する。単位は0.1ワットである。 (25) {main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + {aux _pwr _sum } 電力合計をブロック温度-冷却液温度の合計で割って、

ランプ冷却コンダクタンス(100mw/K)を得る。

(26) Kc 10 = {main pwr_sum} /★

★ (dt sum)

COOL PWRテスト擬似コード: このテストは冷却 電力を18℃で測定する。

40 【0244】試料ブロックおよび冷却液を既知の安定な 点にする。冷却液温度を18℃で制御し、そして128 秒間安定化する。

```
カウント=128
 (カウント!=0)の間に実施する
 (冷却液温度=18℃±0.5)の場合、カウント=カウント-1
そのほかに
 カウント=120
1秒待つ
```

79 }

との時点において、冷却液は18℃に120秒間あり、 そして安定化した。32秒にわたって、18℃の冷却液 温度を維持するために加えられる電力を積分する。

```
{cool_init} =冷却液温度
\{main_pwr_sum\} = 0
\{aux\_pwr\_sum\} = 0
\{delta\_temp\_sum\} = 0
(カウント=1~32) について
 {
```

主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電力を蓄積す *

```
{main_pwr _sum } = {main_pwr _sum } + actual_power
     {aux _pwr _sum } = {aux _pwr _sum } + aux1_actual + aux2 ac
tual
    delta __temp__sum = delta __temp__sum + (周囲温度-冷却液温度)
     1 秒待つ
```

10

積分間隔の間に冷却液質量に添加されたエネルギーのジ ュール数を計算する。「(冷却液温度-cool in it)」は積分間隔の間の冷却液温度の変化である。5 20 却液合計 50は冷却液のCp(ジュール)であり、こうして積は ジュールである。それは冷却液に添加され余分の熱を表 し、これは冷却液を積分間隔の間に設定点からドリフト させる。とのエラーは冷却液電力の計算前に加えられた 合計の熱から減ずる。

(27) cool init=(冷却液温度-cool

主電力の合計を補助ヒータの合計に添加して、32秒で 消散したジュールを得る。32で割って平均ジュール/ 秒を得る。

{main_pwr_sum } = ({main_pwr_su (28)m} + {aux pwr sum} - cool init) $\sqrt{32}$ すべての冷却電力成分を合計することによって、18℃ における冷却電力を計算する。

```
(29) Power<sub>18</sub> °C = main_power _sum + PUMP PWR
+(K AMB * delta temp sum)
```

{main_pwr_sum} =間隔にわたるヒータ電 力の合計

ててで:

PUMP PWR=12ワット、冷却液を計算するポン※40

```
(main_pwr _sum ) = {main_pwr _sum } + actual_power
{aux _pwr _sum } = {aux _pwr _sum } +aux1_actual+aux2_actu
{dt sum } = {dt sum } + (ブロック温度 - 冷却液温度)
1 秒待つ
}
```

合計期間にわたってブロックに供給されたエネルギー (ジュール)を計算する。単位は0.1ワットである。 (30) {main_pwr__sum } = {main_pwr__sum } + {aux _pwr _sum }

* る。実際のコードは制御タスクにある。

[0245]

×ブ

delta_temp_sum=間隔にわたる周囲-冷

K AMB=20ワット/K、冷却から周囲への熱的コ ンダクタンス

KC 18テスト擬似コード: とのテストはランプ冷却 コンダクタンスを18°Cで測定する。

【0246】冷却液温度を18℃±0.5に制御し、そ してそれを10秒間安定化する。この時点において、冷 却液は設定点にあり、そして制御されている。30秒の 時間間隔にわたって、冷却液温度を18℃に維持するた めにヒータに加えられている電力を積分する。ブロック 30 温度を冷却液温度との間の差を合計する。

```
\{main\_pwr\_sum\} = 0
\{aux_pwr_sum\} = 0
\{dt_sum\}=0
(カウント=1~30)
```

主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電力を蓄積す る。実際のコードは制御タスクにある。

[0247]

電力合計をブロック温度-冷却液温度の合計で割って、 ランプ冷却コンダクタンス(100mw/K)を得る。 (31) Kc_18 = {main_pwr_sum} / 50 (dt sum)

ж

81

```
<u>SENLAGテスト</u>擬似コード: とのテストは試料プロックのセンサー遅れを測定する。
```

【0248】ブロックを25℃に推進する。±0.2℃ 内に20秒間保持し、次いでブロック温度をレコードす ス

```
{tempa} =ブロック温度
```

```
secs=0
カウント=0

(TRUE)の間に実施する

{

(secs>=2秒)の場合、ヒータを遮断する

(ブロック温度-tempa>1.0℃)の場合、ループの間に出る

カウント=カウント+1

}

センサー遅れ=カウント

の間に実施する
```

冷却液C p テスト擬似コード: このテストはシステム全体の冷却液容量を計算する。冷却液温度を10℃±0.5 に安定化する。メッセージをPID制御タスクに送っ20 て冷却液温度をその現在の値(約10℃)から18℃にランプする。冷却液が12℃を横切るを待って、冷却液CPランプが常に同一温度で開始し、そして明瞭に開始されたランビングを有するようにする。初期周囲およびブロック温度に注意する。

```
(冷却液温度<12℃) の間に実施する
{
1秒を待つ
}
{blk_delta} =プロック温度
{h2o_delta} =冷却液温度
```

次の2分間、冷却液温度が18℃にランビングする間、 冷却液温度および周囲温度と冷却液温度との間の差を合 計する。

```
{temp_sum} = 0
{cool_sum} = 0
(カウント1~128秒) について
```

(32) {cool_sum} = cool_temp_ sum+冷却液温度

(33) {temp_sum} = 周囲 - 冷却液温度 ※

```
(39) Cp_Cool=(HEATPOWER*128 + PUMP_PWR *128
- Pwr _0°C*128
- Block _Cp*blk _delta
+ K_AMB *temp_sum
```

-KChill*cool_temp_sum)/h2o _delta

ててで.

HEATOPOWER = 500 W、ブロックを加温し、 PUMP_PWR = こうして冷却液を加熱するために加えたヒータ電力。熱 50 の電力×128秒、

*500ワットの電力を試料ブロックに供給する。次の2秒間500ワットの電力を加え、そしてブロック温度を1°C増加するためのループを通る繰り返しの量をカウントする。各ループの繰り返しを200ミリ秒毎に実行し、したがって実際のセンサー遅れはカウント*200ミリ秒に等しい。

```
1秒待つ
カウント=カウント+1
```

2分の期間にわたる温度変化を計算する。

(34) {blk_delta} = ブロック温度 - {blk delta}

(35) {h2o_delta} = 冷却液温度- {h2 o delta}

KChill、すなわち、10℃~20℃の冷却液範囲 にわたる冷却液温度をもつ冷却電力の変化速度を計算す る。単位はワット/10℃であることに注意する。

(36) KChill=(18℃における冷却電力-1 30 0℃における冷却電力)

ランプ冷却コンダクタンス対 18 $\mathbb{C}\sim 10$ \mathbb{C} $\mathbb{C$

(37) Sc=(Kc_18-Kc810) /8 Kc_0、0℃に外挿したランプ冷却コンダクタンス、 を計算する。

(38) Kc_0=Kc_10-(Sc*10) Cp_Cool、冷却液のCp、を次の式により計算する:

間隔は128秒であったので、それに128を掛ける、 $PUMP_PWR=12W$ 、冷却液を循環させるポンプの電力 $\times 128$ 秒、

Pwr 0 ℃= 0 ℃における冷却電力×128秒、

Block Cp=試料ブロックの熱容量、

blk_delta=熱間隔にわたるブロック温度の変 11.

83

K AMB=20ワット/K、冷却から周囲への熱的コ ンダクタンス、

temp_sum=間隔にわたる周囲温度-冷却液温度 の1回/秒の合計、

h2o delta=加熱(ほぼ6℃)の間隔にわたる 冷却液温度の変化、

KChill=冷却電力対冷却液温度の勾配、

cool_sum=加熱間隔にわたる、冷却液温度、1 回/秒、の合計。

実時間オペレーションシステム-CRETIN

CRETINは、タスクと呼ぶ他のソフトウェアのモジ ュールヘシステムサービスを提供するスタンドアロン、 マルチタスキングのカーネルである。タスクはInte 18085アセンブラーの中に書き込まれたある時間ク リティカル領域をもつ「C」ランゲージで書き込まれ 立のファンクションを提供する。CRETINは、スタ ートアップ診断が首尾よく実行された後の、低い記憶お よびランにある。CRETINはタスクのスケジューリ ングを取り扱い、そして一度に1タスク/ランのみを可 能とする。CRETINは、すべてのハードウェアの割 り込みを受けとり、こうして適切な割り込みが受けとら れたとき、待つタスクを実行させる。CRETINは実 時間クロックを提供して、タスクがタイムド事象を待つ か、あるいは既知の間隔の間ポーズすることができるよ システムを通るインタータスクのコミュニケーションを 提供する。ファームウェアは、下にプライオリティの順 序で下に簡単に記載する9つのタスクから構成されてい る。引き続くセクションは各タスクをより詳細に記載す

【0249】1. 制御タスク(PID)は試料ブロック 温度を制御する。

- 2. キーボードタスクはキーバッドからのキーボードの 入力を処理する。
- 3. タイマのタスクは半分の第2ハードウェアの割り込 40 みを待ち、次いでウェイクアップメッセージを両者のシ ーケンスおよびディスプレイタスクに送る。
- 4. シーケンスのタスクはユーザのプログラムを実行す る。

【0250】5、ポーズのタスクは、プログラムが実行 されているとき、プログラミングした、キーバッドのポ ーズを取り扱う。

6. ディスプレイのタスクは実時間で表示を更新する。 7. ブリンタのタスクはRS-232のポートのコミュ ニケーションおよびプリントを取り扱う。

【0251】8. LEDタスクは加熱LEDを推進す る。それは、また、導入を実行しているとき、冷却液温 度の制御に使用される。

9. リンクのタスクはキーストロークをシミュレーショ ンすることによってある方法を一緒にリンクされるファ イルを開始する。

ブロック温度制御プログラム(PID)

比例整数部差分(PID)タスクは、絶対試料ブロック 温度を0.1℃に制御しならびに、より多くの加熱電力 をブロックの周辺に加えてガードバンドのへりを通る損 失を補償することによって、試料ブロック温度の不均一 性(TNU、最も熱いウェルの温度-最も冷たいウェル の温度として定義される)を±0.5℃に制御する。P IDのタスクは、また、加熱されたカバーの温度をより 少ない精度に制御する。このタスクは5回/秒を実行 し、そして最高のプライオリティを有する。

【0252】試料ブロックへ供給される加熱電力または 冷却電力の量は、記憶装置に記憶されたユーザが特定し た試料温度、設定点と呼ぶ、と現在の試料温度の間の差 る。各タスクはプライオリティレベルを有し、そして独 20 または「誤差」から誘導される。この方式は標準のルー プ制御の実施を可能とする。現在の誤差に直接比例する フィルムヒータへの電力の寄与、すなわち、比例成分、 (設定点の温度-試料ブロック温度) に加えて、計算し た電力トランスは、また、静止の誤差(設定点の温度-ブロック温度<0.5℃) に近くなる働きをする整数項 を組み込む。この成分は整数成分と呼ぶ。整数項を回避 するために、整数への蓄積または「ウィンドアップ」の 寄与は設定点の温度付近の小さいバンドに制限される。 比例および整数成分のゲインは、注意して選択されそし うにする。CRETINは、また、メッセージノードの 30 てテストされる。なぜなら、ブロックセンサーおよび試 料管に関連する温度定数は、システムの位相の限界をき びしく制限し、とうしてループの不安定性についての可 能性をつくるからである。比例項のゲインは下の方程式 (46) におけるPであり、そして整数項のゲインは下 の方程式(48)におけるKiである。

> 【0253】PIDタスクは「制御されたオーバーシュ ートのアルゴリズム」を使用し、ことで試料温度がその 所望の温度に出来るだけ急速に到達するように、ブロッ ク温度はしばしばその最後の定常状態にオーバーシュー トする。オーバーシュートのアルゴリズムの使用は、制 御された方法でブロック温度をオーバーシュートさせる が、試料温度をオーバーシュートさせない。これは電力 を節約し、そしてPCR計器において新しいと信じられ る。所望のランプ速度を達成するために試料ブロックの すべてのヒータへ供給される合計の電力は、次の式によ り与えられる:

> (40) 電力= (CP/rmp_rate) +バイアス ととで.

CP=ブロックの熱的質量

50 バイアス=バイアスまたは制御冷却電力

rmp_rate=Trinal +Tinitial /所望のラン

との電力は安全性のために加熱電力500ワットの最大 にクランプされる。タスクの繰り返し毎に(200毎 に)、システムは次のアルゴリズムに基づいて加熱また はランプ冷却電力(必要に応じて)を供給する。

【0254】制御システムは計算された試料温度により 推進される。試料温度は、試料ブロックのウェルの1つ (以後「ブロック」) の中に配置された薄い壁のブラス ステム(試料温度およびその内容)の温度定数は型およ び体積の関数である。ランの開始において、ユーザは管 の型および反応体積の量を入力する。システムは生ずる 温度定数 (τまたは t a u) を計算する。 マイクロアン ブ(登録商標)管および100μ1の反応体積につい て、tauはほぼ9秒である。

 $(41) T_{blk-new} = T_{blk} + Power * (200 ms)$ /CP)

 $(42) T_{\text{samp-new}} = T_{\text{samp}} + (T_{\text{blk-new}} - T_{\text{samp}})$ *200ms/tau

得られる:

Tык-пе = 現在のブロック温度

T₁₁ = 200ミリ秒前のブロック温度

Power=ブロックに供給した電力

CP=ブロックの熱的質量

T, *** = 現在の試料温度

T..... = 200ミリ秒前の試料温度

tau=センサーの遅れについて調節した、試料管の熱 的時間定数(約1.5)

エラーの信号または温度は、単に、次の通りである: (43) エラー=設定点-Tampl-new

閉じたループのシステムとして、正しい作用(加熱また は冷却電力)を現在のエラーの部分を閉じる。下の方程 式(45)において、Fは1つの試料期間において閉じ るエラー信号のフラクションである。

 $(44) T_{\text{samp-new}} = T_{\text{samp}} + F * (SP - T_{\text{samp}})$ ととで、SP=ユーザの設定点の温度

システムにおける大きい遅れ(長い管の温度定数)のた めに、フラクションのFは下にセットされる。式(4 2) および(44)を組み合わせると:次の式が得られ 40 いったん加熱電力が計算されると、制御ソフトウェア る:

 $(45) T_{\text{samp-new}} = T_{\text{samp}} + (T_{\text{blk-new}} - T_{\text{samp}})$ *. $2/tau = T_{****} + F * (SP - T_{****})$ 式(41)および(45)を組み合わせ、そして項P (比例項のゲイン)を加えて、ブロック温度の振動を制 限し、そしてシステムの安定性を改良すると、次の式が

(46) $Pwr = CP*P/T*((SP-T_{****})*$ $F * Tau / T + T_{***} - T_{***}$ ととで.

P=比例項のゲイン、

T=0.2秒の試料期間(200ミリ秒)、そして P/T=好ましい実施態様において1。

方程式(46)は、ガードバンドなどを通して周囲への 損失なしに、ブロック温度をある所望の温度に動かすた めに必要な電力(Pwr)を与える、理論的方程式であ

【0255】いったんブロックを推進するために必要な 電力が方程式(46)を経て決定されると、この電力は チック試料管中の液体の平均温度として定義される。シ 10 3つのヒータゾーンの面積によりこれらのゾーンの各々 に供給される電力に分割される。次いで、マニホールド への損失は決定され、そしてとれらの損失を補償するた めに十分な大きさを有する電力項はマニホールドのヒー タゾーンへ供給すべき電力量に加えられる。同様に、ブ ロックの支持ピン、ブロック温度センサーおよび周囲へ の電力損失を補償するために十分な他の電力項は、へり ヒータゾーンへ供給すべき電力に加えられる。これらの 追加の項およびゾーンの面積により電力の分割は、方程 式(46)を前述の方程式(3),(4)および(5) 20 に変換する。

> 【0256】方程式(46)は、試料ブロックに対して 要求される加熱または冷却電力を決定する好ましい実施 態様により使用される式である。計算された試料温度が 「整数バンド」、標的温度(SP)付近の±0.5℃、 内にあるとき、比例項のゲインは残りのエラーを閉じる ためには小さ過ぎる。したがって、整数項を比例項に加 えて、小さいエラーを閉じる。整数項は整数項の外側で 無能化して、大きいエラー信号が蓄積するのを防止す る。「整数バンド」の内側のアルゴリズムは、次の通り 30 である:

(47) Int sum(新しい) = Int sum $(old) + (SP - T_{same})$

(48) pwr_adj=Ki*Int_sum(新し (4) ととで、

Int_sum=SPとTsamp温度との間の試料期間の 合計、

Ki=整数ゲイン(好ましい実施態様において51 2).

は、図13における3つのヒータゾーン254, 262 および256に、好ましい実施態様において面積に基づ いて電力を分布させる。へり加熱はブロック温度と周囲 温度との間の差に基づいて追加の電力を受けとる。同様 に、マニホールドのヒータはブロック温度と冷却液温度 との間の差に基づいて追加の電力を受けとる。

P I D擬似コード

システムのパワーアップまたはリセットのとき、 ランプ冷却をオフにする

50 すべてのヒータをオフにする

ヒータの抵抗を計算する

フォエパー命令(do forever) - 200ミリ 秒毎に実行する

(ブロック温度>105)の場合、

ヒータをオフにする

ランプ弁をオンにする

エラーメッセージを表示する

ライン電圧 {linevolts} を読む

冷却液センサーを読みそして温度(h2otemp)に 変換する

周囲センサーを読みそして温度 {ambtemp} に変 換する

加熱されたカバーのセンサーを読みそして温度{cvr temp〉に変換する

試料ブロックのセンサーを読みそして温度 {blkte mp } に変換する。コードのこの部分は、また、温度安 定性電圧参照を読み、そしてこの電圧を計器の較正の間 に決定された参照電圧と比較する。不一致が存在する場 合、エレクトロニクスはドリフトしそして温度センサー る。低パスディジタルフィルターを使用して表示された 試料温度(tubetenths)または獲得温度を計

(49) tubetenths = TT_{n-1} + $(TB_n TT_{n-1}$) *T/tauととで.

TTa., =最後の試料温度 {tubetenths}、 TB。=現在のブロックセンサー温度 {blktent hs),

T=試料間隔(秒)=200ミリ秒、

tau=tau tube {cf_tau} -taut ンサー {cf tau}

方程式(49)は、上の方程式(6)としてが与えられ た計算した試料温度を定義する指数のタイラー級数を表 す。試料ブロックより下のフォームのバッキングの温 度、仮想質量として知られている(phantenth s〉、を計算する。仮想質量の温度を使用して、仮想質 量を出入りする熱の流れを説明するブロックへ供給され る電力を調節する。との温度はソフトウェアにおいて実 施される低パルディジタルフィルターを使用して計算さ 40 Tsamp=試料温度、 れる。

(50) phantenths = $TT_{n-1} + (TB_n -$ TT...) *T/tau

TT。,=最後の仮想質量の温度(phantenth

TB。=現在のブロックセンサー温度(blktent hs}.

T=試料間隔(秒)=200ミリ秒、

tauroun=フォームブロックのtau=30秒。

【0257】試料温度のエラー(試料温度と設定点温度 との間の差)(abs_tubeerr)を計算する。 ランプ方向 (fast ramp) = UP RAMPま たはDN RAMPを決定する

(試料温度が設定点(SP)のERR内にある)場合、 PIDは速い転移モードではない。 {fast_ram p = OF F

ことでERR=「整数パンド」、すなわち、標的または 設定点温度を取り囲む温度の幅。どれだけ多くの熱がバ 10 イアス冷却チャンネルへ損失されているかを決定する制 御冷却電力 {cool ctrl} を計算する。

【0258】現在のランプ冷却電力 {cool_ram p〉を計算する

{cool brkpt}を計算する。ことで、{co ol brkpt } は、ランプを制御冷却に下向きのラ ンプでいつ転移させるかを決定するために使用する冷却 電力である。それはブロック温度および冷却液温度の関 数である。制御冷却電力 { c o o l _ c t r l } および ランプ冷却電力 {cool ramp} のすべては、C からの読みを相応して調節して、正確な温度の読みを得 20 PUが下向きの温度のランプを制御するために、すなわ ち、ランプ冷却のソレノイド作動弁をどれだけ長く開い て保持するかを計算するために、知らなくてはならない ファクターである。制御冷却電力は、(定数+回路)× ブロックからバイアス冷却チャンネルへの熱的コンダク タンスに等しい。同様に、ランプ冷却電力は、ブロック 温度と冷却液温度との間の差×ブロックからランプ冷却 コンダクタンスへの熱的コンダクタンスに等しい。冷却 ブレークポイントは、定数×ブロックと冷却液との間の 温度差に等しい。

> 30 【0259】ブロック温度をその現在の温度から所望の 設定点(SP)温度へ動かすために必要な加熱または冷 却電力{int pwr}を計算する。

(51) $\{int_pwr\} = KP*CP*((SP T_{\text{SAMP}}$) * {cf_kd} + Ts - T_{BLK}] ととで、

KP=比例ゲイン=方程式(46)中のP/T=好まし い実施態様においてほぼ1、

CP=ブロックの熱的質量、

SP=温度の設定点、

Tucょーブロック温度、

cf kd=tau*K₄/delta_t, CCでt auは方程式(49)において使用したのと同一のta uであり、そしてK。は付録Cに記載する定数であり、 そしてdelta_tは200ミリ秒の試料期間であ

(試料温度が設定点の { c f _ i b a n d } 内にある) 場合、試料エラーを積分する {i sum} そのほかに

 $50 (52) \{i sum = 0\} & b \neq 0 \}$

整数項電力を計算する。

(53)整数項= {i sum} *定数 {cf_ter

整数項を電力に加える。

(54) {int_pwr} = {int_pwr} + 整 数項

電力を調節して、仮想質量の作用(フォームのバッキン グ)のための加熱負荷を、まず仮想質量の電力を見いだ し、次いでそれを電力 {int pwr} に加えること によって補償する。仮想質量の電力 {phant pw 10 l_brkpt} をランプ冷却から制御冷却へのブレー r) を、次の式により計算する:

(55) phant_pwr=C*(blktenhs -phantenthes)/10 ととで、

C=フォームのバッキングの熱的質量(1.0♥/ K).

ヒータ電力を調節する

 $\{int_pwr\} = \{int_pwr\} + \{phat\}$ pwr} 試料ブロックからそれを通して流れる冷却液 を有するマニホールドのへりの中への損失を補償する、 マニホールドのヒータにおいて必要な電力を計算する。 システムが下向きのランプである場合、{auxl_p ower} = Oであることに注意する。マニホールドゾ ーンの要求される電力を下に記載する:

(57) $\{auxl_power\} = K1 * (T_{BLK} T_{ABB}$) + K2 * (T_{BLK} - T_{COOL}) + K5 * (dT/ dt)

ととで、

K1=係数 {cf_lcoeff}

K2=係数 {cf_2coeff}

K5=係数 {cf 5coeff}

d T / d t = ランプ速度

Tuckョブロック温度、

T. = 周囲温度、

Tcoot=冷却液温度。

【0260】試料ブロックのへりから周囲への損失を補 償するであろう、へりヒータにおいて必要な電力 {au x2 power)を計算する。下向きランプである場 合、 $\{aux2_power\}=0$ であることに注意す る。へりゾーンの要求される電力を下に記載する:

(58) $\{aux2_power\} = K3*(T_{BLK} T_{AHB}$) + K4* (T_{BLK} - T_{COOL}) + K6* (dT/ dt)

ととで.

K3=係数 (cf_3coeff)

K4=係数 {cf_4coeff}

K6=係数 {cf_6coeff}

d T/d t = ランプ速度

Tack = プロック温度、

TANA = 周囲温度、

T 、。。、 = 冷却液温度。

【0261】マニホールド電力 {aux1 powe r } およびへりヒータ電力 {aux2power} の寄 与を消去して、主ヒータおよびクーラにより供給されな くてはならない合計の電力を得る。

(59) {int_pwr} = {int_power} - {aux1_power} - {aux2_powe **r** }

ランプ冷却を加えるべきかどうかを決定する。 { c o o クポイントとして使用する。

(int_pwr<cool_brkptおよび下向き ランプを実施して)設定点温度より非常に高くてランプ 冷却を必要とする場合、ランプ弁をオンにする

そのほかにランプ弁をオフにし、そしてバイアス冷却に 依存する

この時点において、{int pwr}は合計のヒータ 電力を含有し、そして {auxl_power} および ${aux2 power}$ はブロックからへりへの損失 20 を含有する。補助ヒータへ供給される電力は、2つの成 分から構成される:aux_powerおよびint_ power。電力は{int_pwr}を主ヒータおよ び補助ヒータに面積に依存して分配する。

[0262] total_pwr=int_pwr int_pwr=total_pwr*66%

auxl power=total pwr*20%+auxl power

aux2 power=total pwr*14%+ aux2_power

30 各端ゾーンおよび適当な量の電力をヒータへ送るための 制御ループの繰り返しについて実施すべきトライアック のためのハーフサイクルの数を計算する。このループは 1/5秒毎に1回実行し、したがって、60元において 120/5=24ハーフサイクルまたは50Hzにおいて 100/5=20ハーフサイクルが存在する。ハーフサ イクルの数は要求される電力 {int pwr}、現在 のライン電圧 {linevolts} およびヒータ抵抗 の関数である。正確な必要な電力は各ループに供給され ないことがあるので、残部を計算して {delta p 40 ower } 最後のループから含まれるもののトラックを 保持する。

(60) int_pwr=int_pwr+delta _power

1/2サイクルの数を計算してトライアックをオンに保 持する。indexはトライアックをオンに保持するた めのサイクル取り付けられたに等しい。

(61) index=電力*主ヒータohm* [20ま たは24]/linevoltsの平方、ことで方程式 (61)は各ヒータゾーンについて1回実施し、そして

50 「電力」は主ヒータについてint pwrであり、マ

ニホールドのヒータゾーンについてauxl pwrで あり、そしてへりのヒータゾーンについてaux2__p **w r である。供給された実際の電力の量を計算する。**

(62) actual_power=linevolt sの平方*index/主ヒータ抵抗

次の時に添加すべき残部を計算する。

(63) delta power=int_pwr-a ctual power

{aux1 pwr } および {aux2 pwr } を方 いて記載したのと同一の技術を使用して、へりおよびマ ニホールドのヒータのための1/2サイクルの数を計算 する。主、マニホールドおよびへりのトライアックを制 御するカウンターの中に計算したカウントを負荷する。 加熱されたカバーのセンサーに気を付ける。加熱された カバーが100℃より低いとき、加熱されたカバーのカ ウンターが50ワットの電力を供給するように負荷す る。試料温度に気を付ける。それが50℃より高い場 合、HOT LEDをオンにしてユーザがそれに触れな いように警告する。フォエバーループの終わり。

キーボードタスク

キーボードタスクの目的は、ユーザがキーバッドのキー をプレスし、キーを現在の状態について有効なキースト ロークのリストと比較し、有効なキーに関連するコマン ド機能を実行し、そして新しい状態に変化するために待 つことである。無効なキーストロークはビーブで指示さ れ、そして無視される。このタスクは状態が推進したユ ーザのインタフェースの心臓である。それは「状態推 進」である。なぜなら、取られる動作はユーザのインタ フェースの現在の状態に依存するからである。

キーボードタスクの擬似コード

キーボードタスクの変数を初期化する。

【0263】カーソルをオフにする。(導入フラッグが セットされない)場合、導入プログラムを実行する。メ ッセージをピッド(pid)タスクに送って加熱された カバーをオンにする。(ユーザがプログラムを実行して いる間に電力が故障した)場合、電力がオフになる分数 を計算しそして表示する。

【0264】電力故障状態のレコードを履歴ファイルに 4℃のソーキングを開始する。履歴ファイルを概観する オプションをユーザに与える。(ユーザが履歴ファイル を概観することを要求する) 場合、履歴ファイルのディ スプレイに行く。

【0265】トップレベルのスクリーンを表示する。 フォエバーの命令

とのタスクがキーパッドからのハードウェアの割り込み を待つシステムにメッセージを送る。

【0266】との割り込みがレシーブされるまで、スリ

ッドから取りそしてデコードする。現在の状態のために 有効なキーのリストを得る。キーを有効なキーと比較す る。(キーがこの状態に有効である)場合、「動作」お よびこのキーのための次の状態の情報を獲得する。

【0267】との状態のための「動作」(コマンド機 能)を実行する。次の状態に行く。そのほかに無効のキ 一のためのビーバーをビープする。フォエバーループの 終わり。

タイマタスクのオーバービュー

程式(60)の中に代入することによって主ヒータにつ 10 タイマタスクの目的は、1/2 秒毎にシーケンスおよび 実時間表示タスクをウェイクアップすることである。ク ロック/カレンダー装置により発生された半分のハード ウェアの割り込みを受けとる毎に、タイマタスクはシス テム(CRETIN)に要求してそれをウェイクする。 次いで、タイマタスクは引き続いて2ウェイクアップメ ッセージを、それぞれ、シーケンスタスクにおよび実時 間ディスプレイに送る。この中間のタスクは必要であ る。なぜなら、CRETINは割り込み当たり1タスク のみをサービスし、とうしてより高いプライオリティタ 20 スク (シーケンスタスク) のみを実行するからである。

タイマタスクの擬似コード

フェエバーの命令

クロック/カレンダー装置からハードウェアの割り込み のために待つメッセージをシステムに送る。

【0268】この割り込みをレシーブするまでスリープ する。アウェイク(awake)したとき、メッセージ をシーケンスおよび実時間ディスプレイタスクに送る。 フォエバーループを終わる。

シーケンスタスクのオーバービュー

30 シーケンスタスクの目的は、ユーザが定めたプログラム の内容を実行する。それはランプおよび保持セグメント から成る、サイクル中の各設定点を通して順次にステッ プし、そして設定点の温度のメッセージをピッドタスク に送り、ピッドタスクは引き続いて試料ブロックの温度 を制御する。各セグメントの終わりにおいて、それは実 時間ディスプレイタスクにディスプレイをスイッチする メッセージおよびセグメントのルーチンの情報をブリン トするメッセージをプリンタタスクを送る。ユーザはキ ーパッド上のPAUSEキーを押して実行しているプロ 書き込む。あるメッセージをシーケンスタスクに送って 40 グラムをポーズし、次いでSTARTキーを押してプロ グラムを再開する。ユーザはSTOPキーを押してプロ グラムを早期にアポートすることができる。このタスク は、タイマタスクによりアウェイクされるとき、1/2 秒毎に実行する。

シーケンスタ<u>スクの</u>擬似コ<u>ード</u>

フォエバーの命令

シーケンスタスクの変数を初期化する。

【0269】ユーザがSTARTキーを押すか、あるい はメニューから選択したキーボードからのメッセージ、 ープ(sleep)に行く。起きたとき、キーをキーバ 50 あるいはある方法における次のプログラムが実行のため 10 ととで、

に準備されたリンクタスクからのメッセージを待つ。と のメッセージがレシーブさるまでスリープする。 アウェ イクしたとき、アナログ回路におけるドリフトを説明す るADC較正の読みを更新する。

93

【0270】(4℃の電力故障のソークシーケンスを開 始しない)場合、PEタイトルライシ、システム時間お よび日付、プログラム構成パラメータ、プログラムの型 およびその数をプリントするメッセージをプリンタへ送 る。(HOLDプログラムを開始する)場合、{hol d tp)に保持する温度を得る。

【0271】{hold_time}の間保持する秒数 を得る。(3℃より大きくランピングダウンしそして {hold_tp}>45℃)である場合、中間の設定 点を配置する。最後の設定点 {hold_time}を 配置する。(保持時間(hold time)をカウン トダウンする)間、タイマタスクからの1/2秒のウェ イクアップメッセージを待つ。

【0272】ブロックセンサーを開いていることまたは ショートについてチェックする。(キーボードタスクが PAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設 20 定点を配置する。ポーズタスクをウェイクアップするメ ッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされる まで、スリープする。

【0273】(中間の設定点が配置された)場合、最終 の設定点を配置する。(設定点温度が周囲温度より下で ありそして4分より長い間存在する)場合、加熱された カバーをオフにすることをピッドタスクに伝えるフラッ グをセットする。1/2秒の保持時間のカウンター { s tore time}を増加する。

過した場合、最後の設定点を再び配置する一とれは正し い設定点が履歴ファイルに書き込まれることを保証す る。データレコードを履歴ファイルに書き込む。HOL D情報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送 る。HOLDプログラムの終わりそのほかに(CYCL Eプログラムを開始する)場合、計器のランプ時間およ びユーザがプログラミングしたランプおよび保持時間を 考慮して、サイクルにおいて合計の秒数 {sec in run } を加える。

イクル数 {num cyc}を掛けることによって、プ ログラム中の合計の秒数を得る。合計の{sec_in _run} = {sec_in_run} /サイクル* $\{num_cyc\}$. $(\forall 1/2) \cup \{num_cyc\}$ 数をカウントダウンする)間、設定点の数 { n u m s eg}をカウントダウンする)間、ランプ時間 (ram p_time}を得る。

【0276】最終の設定点温度 { t _ f i n a l } を得 る。保持時間 {local_time}を得る。ランプ セグメントの情報を表示するメッセージを実時間ディス 50 で、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。ラン

プレイタスクに送る。(ユーザがランプ時間をプログラ ミングした)場合、プログラミングしたランプ時間と実 際のランプ時間との間のエラー {ramp err}を 次のようにして計算する。この方程式は実験データに基

{ramp_err} = prog ramp_rate *15+0.5 (アップランプ) {ramp_err} = prog ramp_rate

*6+1.0(ダウンランプ)

prog ramp_rate = (abs (T, - $T_{c} = 1$ / {ramptime} T, = 設定点温度 { t _ f i n a l } 、

T。=現在のブロック温度 {blktemp}、 abs=式の絶対値。

注:「-1」は設定点の1℃以内でクロックが開始する ので存在する。

新しいramp_time=古い{ramp_tim

(新しいramp_time>古い{ramp tim e})である場合、新しいramp_time=古い {ramp_time} そのほかに

新しいramp_time=0。

(試料時間がユーザの構成した設定点のtime {cf _d e v } 内にない) 間、タイマタスクからの 1 /2 秒 のウェイクアップを待つ。

【0277】新しいランプ設定点を毎秒配置する。その **ほかに(3℃より大きいランピングダウンおよび{t** 【0274】中間の設定点に到達する前に保持時間が経 30 final》>45°C)の場合、中間の設定点を配置す る。(試料温度がユーザが構成した設定点のtime {cf clk dev}内にない)間、1/2秒のウ ェイクアップを待つ。

【0278】1/2秒のランプ時間のカウンターを増加 する。ブロックセンサーをオープンまたはショートをチ ェックする。(キーボードのタスクがPAUSEキーを 検出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置する。 ポーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。 【0279】ポーズタスクによりアウェイクされるま 【0275】サイクルにおける秒数をプログラム中のサ 40 で、スリープする。ポーズ前の設定点を配置する。最終 の設定点を配置する。(試料温度がユーザが構成した設 定点のtime {cf clk dev}内にない) 間、1/2秒のウェイクアップを待つ。

> 【0280】1/2秒のランプ時間のカウンターを増加 する。ブロックセンサーをオープンまたはショートをチ ェックする。(キーボードのタスクがPAUSEキーを 検出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置する。 ポーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。 【0281】ポーズタスクによりアウェイクされるま

送る。ランプセグメントの信号の終わりに対してビーバ ーをピープする。ランプセグメントの情報を表示するメ ッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。

【0282】(保持時間をカウントダウンする)間、タ イマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージ を待つ。1/2秒のランプ時間のカウンターを増加す る。ブロックセンサーをオープンまたはショートをチェ ックする。(キーボードのタスクがPAUSEキーを検 出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置する。 【0283】ポーズタスクをウェイクアップするメッセ ージを送る。ポーズタスクによりアウェイクされるま で、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。デー タのレコードを履歴ファイルに書き込む。保持の情報を

【0284】(最終の設定点温度がユーザの構成可能な {cf_temp_dev}より大きい)場合、エラー のレコードを履歴ファイルに書き込む。プログラム可能 なポーズをチェックする。次のセグメントに行く。サイ プリンタタスクに送る。

プリントするメッセージをプリンタタスクに送る。

【0285】次のサイクルに行く。CYCLEのプログ ラムの終わり。そのほかに (AUTO-CYCLEプロ グラムを開始する) 場合、増分のランプ時間とプログラ ム可能な量の各サイクルにより自動的に増加または減少 することができるユーザがプログラミングした保持時間 とを考慮して、各プログラム {secs in ru n } の中に合計の数を加える。

【0286】(サイクルの数 {num_cyc}をカウ 1 } を得る。保持時間 { t ime hold } を得る。 ユーザが設定点温度および/または保持時間の自動的増 加または減少をプログラミングしたかどうかをチェック し、そしてそれに応じてそれらを調節する。

【0287】温度の自動的増加または減少が設定点を0 ℃以下または99.9℃以上にする)場合、エラーのレ コードを履歴ファイルに書き込む。設定点は0℃または 99. 9 Cでキャップ (cap) される。 ランプセグメ ントの情報を表示するメッセージを実時間ディスプレイ タスクに送る。

【0288】(3℃より大きいランピングダウンおよび {t final}>45℃)の場合、中間の設定点を 配置する。(試料温度がユーザが構成した設定点のte mp {cf_clk_dev}内にない)間、1/2秒 のウェイクアップを待つ。1/2秒のランプ時間のカウ ンターを増加する。

【0289】ブロックセンサーをオープンまたはショー トをチェックする。(キーボードのタスクがPAUSE キーを検出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置 送る。ポーズタスクによりアウェイクされるまで、スリ ープする。

【0290】ボーズ前の設定点を配置する。最終の設定 点を配置する。(試料温度がユーザが構成した設定点の temp {cf_clk_dev}内にない)間、1/ 2秒のウェイクアップを待つ。1/2秒のランプ時間の カウンターを増加する。

【0291】ブロックセンサーをオープンまたはショー トをチェックする。(キーボードのタスクがPAUSE 10 キーを検出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置 する。ポーズタスクをウェイクアップするメッセージを 送る。ポーズタスクによりアウェイクされるまで、スリ ーブする。

【0292】ポーズ前の設定点を配置する。ランプの情 報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。 ランプセグメントの信号の終わりに対してビーパーをビ ープする。ランプセグメントの情報を表示するメッセー ジを実時間ディスプレイタスクに送る。

【0293】(保持時間をカウントダウンする)間、タ クルのメッセージの終わりをプリントするメッセージを 20 イマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージ を待つ。1/2秒のランプ時間のカウンターを増加す る。ブロックセンサーをオープンまたはショートをチェ ックする。(キーボードのタスクがPAUSEキーを検 出した)場合、現在の試料時間の設定点を配置する。

【0294】ポーズタスクをウェイクアップするメッセ ージを送る。ポーズタスクによりアウェイクされるま で、スリープする。ポーズ前の設定点を配置する。デー タのレコードを履歴ファイルに書き込む。保持の情報を プリントするメッセージをプリンタタスクに送る。

ントダウンする)間、最終の設定点温度 { t _ f i n a 30 【 0 2 9 5 】 (最終の設定点温度がユーザの構成可能な {cf temp dev}より大きい)場合、エラー のレコードを履歴ファイルに書き込む。プログラム可能 なポーズをチェックする。次のセグメントに行く。サイ クルのメッセージの終わりをプリントするメッセージを プリンタタスクに送る。

> 【0296】次のサイクルに行く。AUTO-CYCL Eのプログラムの終わり。そのほかに(POWER F AILUREを開始する)場合、4℃の設定点を配置す

【0297】ビッドタスクが加熱されたカバーをシャッ トオフするように、フラッグ {subamb hol d } をセットする。フォエバーを命令する。タイマタス クからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。 1/2秒の保持時間を増加する。フォエバーループを終 わる。電力故障の終わり。履歴ファイルに実行終わりの 状態のレコードを書き込む。

【0298】(方法を実行している)場合、リンクタス クが次のブログラムの実行を開始するメッセージをシー ケンスタスクを送ることを知るように、フラッグ(we する。ポーズタスクをウェイクアップするメッセージを 50 ired flag)をセットするそのほかにユーザの

インタフェースをアイドル状態の表示に戻す。フォエバ ーループの終わり。

ポーズタスクのオーバービュー

ボーズタスクの目的は、ユーザがCYCLEプログラム の中にプログラミングするポーズあるいはユーザがキー バッド上のPAUSEキーを押すときのポーズを取り扱 うととである。

【0299】CYCLEプログラムを実行する間シーケ ンスがプログラミングしたタスクに直面するとき、ボー 求した時間の減少を連続的に表示するメッセージを実時 間ディスプレイタスクに送る。ボーズの時間を計ると き、ポーズタスクはシーケンスタスクをアウェイクし、 次いでスリーブするメッセージを送る。ユーザはキーバ ッド上のSTARTキーを押すことによってプログラム を早期に再開することができるが、あるいはSTOPキ ーを押すことによってプログラムをアボートすることが できる。

【0300】プログラムが実行されている間キーボード グ{pause_flag}をセットし、次いでシーケ ンスタスクがそれを肯定するのを待つ。シーケンスタス クはこのフラッグのセットを見るとき、それは肯定応答 メッセージをキーボードタスクに送り、次いでそれ自体 スリープする。キーボードタスクがとのメッセージを受 けとるとき、それはポーズタスクをアウェイクする。ポ ーズタスクは連続的にディスプレイしかつプログラムが ポーズする時間の量を増加するメッセージを実時間ディ スプレイタスクに送る。タイマは、構成のセクションに ときをタイムアウトする。ユーザは、キーパッド上のS TARTキーを押すことによってプログラムを再開する か、あるいはスパイクを押すことによってプログラムを アボートすることができる。

ボーズタスクの擬似コード

フォエバーを命令する

キーパッドのポーズを示すキーボードタスクからのメッ セージ、あるいはユーザのプログラミングしたボーズを 示すシーケンスからのメッセージを待つ。

る。アウェイクしたとき、示したポーズの型についての フラッグをチェックする。 (それがプログラミングした ポーズである) 場合、タイマがカウントアップするポー ズを表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに 送る。そのほかにタイマがカウントダウンするボーズを 表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送 る。(タイムアウトカウンターをカウントダウンする) 間、このタスクを1/2秒間持続するメッセージをシス テムに送る。ポーズの情報をプリンタタスクに送る。

ズはタイムアウトされているので、シーケンスタスクを ウェイクアップするメッセージを送る。

【0302】ポーズの表示を中止するメッセージを実時 間ディスプレイタスクに送る。実行するプログラムの表 示を再開するメッセージを実時間ディスプレイタスクに 送る。そのほかに(それがキーバッドのポーズである) 場合、ポーズはタイムアウトされており、そしてプログ ラムはアボートされなくてはならないので、シーケンス タスクを中止するメッセージをシステムに送りそしてそ ズタスクは、引き続いて、ユーザがポーズするように要 10 れをそのFOEVERループのトップに送り戻さなくて

> 【0303】(プログラムの実行がHOLDプログラム であった)場合、保持情報をプリントするメッセージを プリンタタスクに送る。状態のレコードを履歴ファイル に書き込む。ユーザのインタフェースをそのアイドル状 態に戻す。アボートのメッセージを表示する。フォエバ ーのループの終わり。

ディスプレイタスクのオーバービュー

実時間ディスプレイタスクの目的は、温度、タイマ、セ タスクがPAUSEキーを検出したとき、それはフラッ 20 ンサーの読み、ADCチャンネルの読み、および1/2 秒毎に更新することが必要である他のパラメーターを表 示するととである。

> ディスプレイタスクの擬似コード:ディスプレイタスク の変数を初期化する。

フォエバーを命令する

1/2秒毎にタイマタクスからのメッセージを待つ。

【0304】メッセージが受けとられるまでスリープす る。アウェイクしたとき、他のタスクがディスプレイの バラメーターのリストまたは現在の更新を中止するフラ おいてユーザがセットしたポーズ時間の限界に到達する 30 ッグを送ったかどうかをチェックする。1/2秒のフラ ッグ {half sec} をトグルする。 (ディスプレ イのパラメーターのリストが存在する) 場合、誰もがデ ィスプレイを更新しないように信号をセットする。

> 【0305】カーソルをオフにする。(パラメーターの リストを通してステップする)間、(それが時間のパラ メーターである)場合、時間をディスプレイする。(1 /2秒のフラッグ {half_sec} がセットされ

る)場合、時間変数を増加または減少する。 【0306】そのほかに(それが小数である)場合、小

【0301】メッセージが受けとられるまでスリープす 40 数を表示する。(それが整数である)場合、整数を表示 する。そのほかに(それがADCチャンネルのリードア ウトである) 場合、ADCチャンネルからのカウントを 読む。

【0307】(それをmvとし表示することが必要であ

- る) 場合、カウントをmvに変換する。その値を表示す
- る。そのほかに(それが電力のディスプレイである)場 合、電力をワットで表示する。

【0308】そのほかに(それが残った時間のパラメー ターである) 場合、秒を時間の1/10に変換する。残 (それはプログラミングしたポーズである)場合、ポー 50 った時間を1/10時間で表示する。(1/2秒のフラ

ッグ {h a l f _ s e c } をセットする) 場合、秒の変 数を減少する。

【0309】(カーソルがオンであった)場合、それをオンにし戻す。現在のシステム時間をバッテリーRAM に記憶する。信号をクリアしてディスプレイを解放する。フォエバーのループの終わり。

プリンタタスクのオーバービュー

ブリンタの目的は、実行時間を取り扱うことである。それは低いプライオリティのタスクであり、そして他の時間のクリティカルタスクを干渉しない。

ブリンタタスクの擬似コード

フォエバーの命令

プリントを望むメッセージを他のタスクから待つ。

【0310】メッセージを受けとるまでスリープする。 アウェイクしたとき、広域変数の局所的比例定数をプリントする。プリンタの肯定メッセージを配置する。(状態またはエラーのメッセージをプリントすることが必要である)場合、現在の履歴レコードの中に含まれている情報をプリントする。

【0311】そのほかに(ページヘッダをブリントする ことが必要である)場合、プログラムの型およびその数 をブリントする。そのほかに(プログラムの構成バラメ ーターをブリントすることが必要である)場合、クロッ クを開始する設定点からの管の型、反応値および試料温 度の誘導をプリントする。

【0312】そのほかに(サイクルの情報の終わりをプリントすることが必要である)場合、終わりの時間および温度をプリントする。そのほかに(セグメントの情報をプリントすることが必要である)場合、ランプおよび保持セグメントの場合をプリントする。

【0313】そのほかに(ボーズの状態のメッセージをプリントすることが必要である)場合、ボーズした時間 および温度をブリントする。フォエバーのループの終わり。

LEDタスクのオーバービュー

LEDタスクの目的は、「加熱」LEDの照明が主ヒータに加えた電力を反映するようにさせることである。これは毎秒1回実行する低いプライオリティが存在する。 <u>LEDタスクの擬似コード</u>: LEDタスクの変数を初期 化する。

フォエバーの命令

このタスクを毎秒をウェイクするメッセージをシステム に送る。

【0314】スリープする。アウェイクしたとき、次のようにして主ヒータに加えた電力を反映する値をPICタイマAのカウンター2に負荷する:

カウンターに値= {K_htled} * {ht_le d} を負荷する

ととで、 $\{K_htled\}$ は加熱LEDをパルスする サービスオンリーのハードウェアの診断へのアクセスを時間を計算するための定数であり、そして15200/50 獲得するコード「MORE999」を除外して、キーパ

500に等しい。15200は14.4 KHz のPICの クロックよりわずかに大きく、そしてこれはLEDを絶 えずオンに保持するためにタイマに負荷する値である。 500は主ヒータの電力である。

【0315】 ${ht_led}$ は $0\sim500$ の値であり、そして主ヒータに加えたワットに等しくなる。 フォエバーのループの終わり

リンクタスクのオーバービュー

リンクタスクの目的は、キュパッド上のSTARTキー 10 を押すユーザをシミュレーションすることである。ユー ザの介在なしに1つずつ(方法におけるように)プログ ラムを実行できるように、このタスクは必要である。リ ンクタスクはシーケンスタスクをウェイクアップし、そ してSTARTキーが押されたように、それは次のプロ グラムを実行を開始する。

<u>リンクタスクの擬似コード</u>:リンクタスクの変数を初期 化する。

フォエバーの命令

情報をプリントする。 (フラッグ {weird_flag} はセットであり、 【0311} そのほかに(ページヘッダをプリントする 20 そしてそれがその方法における第1ファイルではない) ことが必要である)場合、プログラムの型およびその数 場合、ウェイクアップのメッセージをシーケンスタスク をプリントする。そのほかに(プログラムの構成パラメ に送る。フォエバーのループの終わり。

スタートアップシーケンス

パワーアップシーケンス

計器への電力がオンにされるか、あるいはソフトウェアがRESETを命令するとき、次のシーケンスが起とる。注:以下の数はフローチャート上の数である(図54~図57参照)。

【0316】1. RS-232プリンタボートの中から 外にCtrl-G(10進法の7)の文字を転送する。 RS-232ボートを少なくとも1秒間ボーリングしそしてCtrl-Gがレシーブされる場合、外部のコンピュータをボートに取り付け、そしてパワーアップシーケンスの間のすべてのコミュニケーションをキーパッドからRS-232ボートに再び向けると仮定する。Ctrl-Gがレシーブされない場合、パワーアップシーケンスは正常として連続する。

【0317】2. MOREキーが押されたかどうかをチェックする。押された場合、サービスオンリーのハード40 ウェアの診断に行く。

3. 次の3テストはオーディオ/ビジュアルチェックであり、そしてエラーをレポートすることができない:

1) ビーバーはビープする、2) キーボード上の熱い、 冷却、および加熱LEDはフラッシする、3) ディスプ レイの各絵素は輝く。著者権および計器のIDスクリー ンは、パワーアップ診断の実行として表示される。

【0318】4. パワーアップ診断の1つにおいてエラーが起こると、破壊した成分の名前は表示され、そしてサービスオンリーのハードウェアの診断へのアクセスを 嫌得オスコード「MORFQQQ」を除外して、キーパ

ッドはロックされる。

5. PPI-BのチャンネルOをチェックして、自動化 テストビットを低く引かれるかどうかを見る。そうであ る場合、UARTテストを実行する。テストがパスする 場合、ビーブを連続的にビーブする。

【0319】6. CRETINオペレーションシステム をスタートし、このシステムは引き続いてプライオリテ ィレベルにより各タスクをスタートする。

7. バッテリーRAM中のフラッグをチェックして、計 ーメッセージを表示し、そしてサービスオンリーの較正 テストへのアクセスを獲得するコード「MORE99 9」を除外して、キーパッドをロックする。

【0320】8.電圧およびラインの周波数を測定する テストを実行し、そして計器を較正している間選択した 構成プラグと両者のこれらの値が合致するかどうかを見 る。合致しない場合、エラーメッセージを表示し、そし てサービスオンリーの構成テストへのアクセスを獲得す るコード「MORE999」を除外して、キーパッドを ロックする。

【0321】9. 導入セクションにおいて記載したよう にヒータピングテストを実施する。ヒータは誤って配線 されている場合、エラーメッセージを表示し、そしてサ ーピスオンリーの較正テストへのアクセスを獲得するコ ード「MORE999」を除外して、キーパッドをロッ

10. バッテリーRAM中のフラッグをチェックして、 計器が導入されたかどうかを見る。そうでない場合、エ ラーメッセージを表示し、そして導入ルーチンへのアク セスを獲得するコード「MORE999」を除外して、 キーパッドをロックする。

【0322】11. 遠隔モードでない場合、バッテリー RAM中のフラッグをチェックして、計器が実行されて いる間に電力の故障が存在したかどうかを見る。そうで ある場合、4℃のソークを開始しそして電力がオフにな っていた時間の量を表示する。電力が消耗したとき、ど れだけ長く実行されたかを正確に告げる履歴ファイルを 見たいかどうかをユーザに要求する。ユーザがyesを 選択する場合、ユーザの診断に直接行く。

【0323】12. ビーパーをビーブし、そして遠隔モ 40 管の両者では真実である。 ードフラッグをクリアし、とうしてすべてのコミュニケ ーションはことでキーバッドを通して戻される。

13. バッテリーRAMをチェックして、自動的に開始 されたテストプログラムを製作が欲するかどうかをみ る。そうである場合、プログラムの実行を開始し、そし てそれが実施されたのち計器をリセットする。

【0324】14. トップレベルのユーザのインタフェ ースのスクリーンをディスプレイする。

図51を参照すると、商標MAXIAMPで市販されて いる大きい体積の薄い壁の反応管の断面図である。この 50 レスに耐える限り、壁厚さはなお薄くあることができ

102

管PCR反応に有用であり、ことで合計の体積を200 μ1より大きくする反応混合物に、試薬または他の物質 を添加することが必要である。図51に示されているよ り大きい管は、Himont PDポリプロピレンまた はValtec HH-444ポリプロピレンから作ら れており、そして試料ブロックと接触する薄い壁を有す る。選択した材料は何であっても、DNAおよびPCR 反応混合物の他の成分と適合性であって、例えば、標的 DNAを壁に粘着させることによって処理するPCR反 器が較正されたかどうかを見る。そうでない場合、エラ 10 応を障害せずそして複製しないようにする。ガラスは一 般にすぐれた選択物ではない。なぜなら、DNAはガラ ス管の壁に粘着するととが知られているからである。図 51中の寸法Aは典型的には0.012±0.001イ ンチ (0.30±0.03mm) であり、そして管の縦軸 に関する壁の角度は典型的には17°である。17°壁 の角度の利点は、下向きの力が試料ブロックとすぐれた 熱的接触し、管は試料ウェル中で閉塞しないということ である。薄い壁の利点は、それが試料ブロックの温度変 化と反応混合物の温度の対応する変化との間の遅延を最 20 小にすることである。これが意味するように、ユーザが 変性セグメントにおいて反応混合物を94℃の1℃内に 5秒間止まらせ、そしてこれらのパラメーターでプログ ラミングしようとする場合ユーザは5秒の変性間隔を獲 得し、ここで時間遅れはより厚い壁をもつ普通の管を使 用する場合より少ない。短いソーク間隔、例えば、5秒 のソーク間隔をプログラミングし、そして正確にプログ ラミングした時間の間プログラミングした温度における ソークを獲得することができるという、この実施の特性 は、計算した試料温度を使用してタイマを制御すること 30 によって可能である。ことに記載するシステムにおい て、計算した試料温度がプログラミングしたソーク温度 に到達するまで、インキュベーションまたはソークの間 隔を時間決定するタイマはスタートしない。

> 【0325】さらに、薄い壁の試料管を使用するとき、 試料混合物が標的温度の1°C内にするのに、この試料管 は先行技術のマイクロ遠心器と比較して、約1/2~2 /3の時間を要するのみであり、そしてこれは図51に 示す背の高いMAXIAMP登録商標管および図15に 示すそれより小さい薄い壁のMICROAMP登録商標

> 【0326】MAXIAMP管およびMICROAMP の壁厚さは、適切な構造の強さと一致するできるだけ薄 いように製作プロセスにおいて緊密に制御される。典型 的な、ポリプロピレンについて、これはどこでも0.0 $09 \sim 0.0124 \sim (0.23 \sim 0.30 \text{ mm})$ ca る。新しい場合、ポリプロピレンより強いよりエキゾチ ックな材料を使用してPCR反応速度を大きくするとい ろ利点を達成し、適切な強さが維持されてすぐれた熱的 接続を保証する下向きの力および通常の使用の他のスト

る。1. 12インチ (28.4mm) の髙さ (図51にお いて寸法B) および0.780インチ(19.8mm)の 寸法Cおよび0.395インチ(10.0mm)の上の区 画の壁厚さ(Dの寸法)では、MAXIAMP管の時間 定数はほぼ14秒であるが、これは充填時間のように正 確に測定されなかった。図15に示すより短い管のため のMICROAMP管の時間定数は、典型的には、0. 009インチ±0.001インチ(0.23±0.03 m) の円錐形区画における管壁厚さで、ほぼ9.5秒で

【0327】図52はより薄い壁のMICROAMP管 の使用の結果を示す。標的温度の同様な速度増加の達成 は薄い壁のMAXIAMP管の使用から生ずるである う。図52を参照すると、MICROAMP管中の計算 した試料温度についての相対的インキュベーション温度 対72℃の出発温度から94℃の標的変性温度の1℃内 の温度に到達するための先行技術管についての時間のグ ラフが示されている。図52において、100μ1の試 料が各管の中に存在した。開いた箱によりマークされた データ点をもつ曲線は、9.5秒の応答時間および0. 009インチ(0.23mm)の壁厚さをもつMICRO AMP管についての計算した試料温度応答である。×に よりマークされたデータ点をもつ曲線は、先行技術の 0.030インチ(0.76mm)の壁厚さをもつ厚い壁 のマイクロ遠心器管中の100μ1の試料について計算 した試料温度を表す。このグラフが示すように、薄い壁 のMICROAMP管はほぼ36秒以内で94℃の標的 ソーク温度の1℃内の計算した温度に到達するが、先行 技術管は約73秒を要する。 これは重要である。 なぜな ら、ソーク温度に実質的に到達するまで、タイマをスタ 30 ートさせない計器において、先行技術の管は、ことに各 PCRサイクルが少なくとも2つのランプおよびソーク を有し、そして一般に実施する非常に多数のサイクルが 存在するという事実に照らして考慮したとき、全体のプ ロセシング時間を実質的に増加することがあるからであ る。実際の試料温度に無関係にブロック/浴/炉温度に 基づいてそれらの時間をスタートするシステムにおい て、ブロック/浴/炉温度の変化と試料混合物の温度変 化との間のこれらの長い遅延は重大なマイナスの結果を 有することがある。問題は、長い遅延を反応混合物がソ 40 ークのためにプログラミングした温度に実際にある時間 にカットできることである。最近のPCRプロセスにお いて普通であるように非常に短いソークについて、加熱 /冷却システムをスタートして反応混合物の温度を変化 させようとする前に、反応混合物はプログラミングした ソーク温度に決して到達することができない。

【0328】図51は、プラスチックウェブ625によ りMACIAMP試料管に接続されたポリプロピレンの キャップを示す。キャップの外径Eおよび管の上の区画 の内径は0.002インチ(0.05mm) および0.0 50 プログラムは9までの設定点および99までのサイクル

05インチ(0.13mm)の間の締り嵌めのための大き さである。管の内側表面654は、ばり、切り目および 引っ掻き傷が存在せず、こうしてキャップとの緊密なシ ールを形成できるようにすべきである。

104

【0329】図53は、管651、キャップ650およ びウェブ652の平面図を示す。肩656はキャップが 管の中に深く押し込まれるのを防止し、そして加熱され た定盤と接触させるための試料管の上部へりより上のキ ャップ十分な突起を可能とする。これは、また、十分な 10 管の変形を可能とし、こうして図15における最小の許 容されうる力Fはキャップの変形により加えることがで

【0330】好ましい実施態様において、管およびキャ ップは、15分までの間126℃までの温度でオートク レーブ処理可能であるHimont PD701ポリブ ロピレンから作られる。これにより、この使い捨て管を 使用前に滅菌することができる。キャップは加熱された 定盤をもつ機械の中の使用のとき永久的に変形するの で、管はただ1回の使用のために設計される。

【0331】MICROAMP管のためのキャップは8 または12キャップの接続へりストリップで入手可能で あり、各キャップは番号を付されているか、あるいは個 々のキャップに分割されている。キャップの単一の列を 使用することができそして列は必要に応じた小さい数に 容易に短くすることができるか、あるいは個々のキャッ プをストリップから切り取ることができる。MAXIA MP管のためのキャップは図5に示されているように取 り付けられるか、あるいは分離された個々のキャップで ある。

【0332】MICROAMP管上の混合を可能とする ポス-PCR試薬の添加のための最小体積は、MAXI AMP管について500µ1までである。温度の限界は -70°C~126°Cである。応答時間は試料の値に依存 する。ブロックが急激に温度を変化させたとき、応答は 新しい温度の37%以内に試料がなる時間として測定さ れる。典型的な応答時間は、50μ1の充填について 7. 0秒であり、そして20μ1の充填について5. 0 秒である。

<u>付録A</u>

ユーザのインタフェース

ユーザのインタフェースのGeneAmpのPCRシス テム9600の目的は、PCRを実施するプログラムを 開発しそして実行することである。

【0333】入手可能な3つの型のプログラムが存在す る。HOLDプログラムは、セットした量の時間につい て保持されるか、あるいは無限量の時間について保持さ れそしてSTOPキーにより停止される単一の設定点か ら成る。 CYCLE プログラムは時間決定したランプお よびプログラム可能なポーズの特徴を添加する。これは を可能とする。AYTOプログラムにより、ユーザは設定点の時間および/または温度をサイクル毎に固定した量で増加または減少することができる。このプログラムは、また、9までの設定点および99までのサイクルを可能とする。METHODプログラムは、17の保持、サイクルまたはオートプログラムを一緒にリンクする方法を提供する。

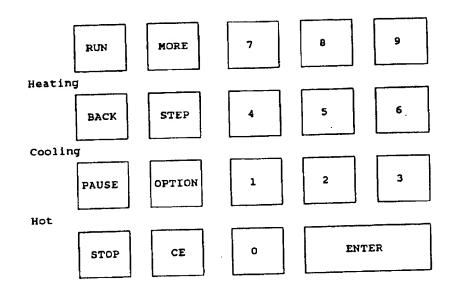
105

* 【0334】合計150のプログラムを1~150の範囲の数で記憶することができる。プログラムをつくり、記憶し、保護し、プリントし、または消去することができる。記憶されたプログラムのディレクトリを見るか、あるいはプリントすることができる。

[0335]

* 【表1】

システム9600のキーボード



RUN: プログラムのディスプレイからプログラムの実行をスタートか、あるいはプログラミングしたまたはキーパッドのpusを再スタートする。

MORE: ランタイムのディスプレイをトグルしそして、また、サービスオンリーファンクッションをアクセスする(コード999による場合)。

【0336】BACK:同一のスクリーン内の前のフィールドに動かす。現在第1フィールドに位置している場合、それは前のスクリーンに動く。

STEP:次のスクリーン中の第1フィールドに下に動く。

PAUSE:マニュアル割り込みのためにポーズしたタイムアウトをスタートする。

【0337】OPTION:メニューの項目を通してカーソルを左右に動かし(一番左のオプションへローリン※

- ※ グオーバーする)か、あるいはYES/NOの応答をト グルする。
- 30 STOP: 実行しているプログラムをアボートするか、 あるいはユーザのインタフェースにおいて1レベル上に 動かす。

【0338】CE:無効の入力をクリアする。

ENTER:現在の数の入力を受け取り、メニューの項目を受け取り、YES/NOの応答を受け取るか、あるいはディスプレイの次のフィールドにスキップする。数の入力がディスプレイの最後である場合、ENTERは次のディスプレイにステップする。

【0339】<u>普通のシステム9600のディスプレイ</u> 40 【0340】

【表2】

PROGRAM display

Prog ### Msg Temp Menu Example:

CYCL #17 Done 74.0C RUN-STORE-PRINT-HOME

Prog HOLD, CYCL, AUTOまたはMETHである #### プログラム# $(1\sim150)$ またはそれがまだ記憶されない場合? ??

Msg Dne, Error, Abortskuten

Temp 現在の試料温度

Menu 入手可能なオプション

[0341]

* *【表3】

RUNTIME display

Timer

emn.

Example:

108

Action Temp Timer Prog/Cyc

Ramp to 94.0C 29.6C 10:00 Cycle 14

Action 「xx. x℃において保持」または「xx. x℃にランプ」

Temp 現在の試料温度

保持またはランプ時間をカウントダウンするか、あるいはF

OREVERの保持時間までカウントアップする

Prog/Cyc HOLDファイルについて「Prog xxx」である

CYCLまたはAUTOファイルは「Cycle xx」で

あるーカウントアップ

[0342]

※ ※【表4】

MORE display

Setpt Tot Cyc Timer Prog Setpt #3 Tot Cyc 25 Hrs left 2.5 Prog 17

Setpt 現在の設定点#(1~9)-カウントアップ

Tot Cyc 現在のプログラムにおけるサイクルの合計の#(1~99)

Timer プログラムにおける残りの時間(時間)-カウントダウン

Prog 現在のプログラム#(1~150)

[0343]

★ ★【表5】

KEYPAD PAUSE display

Example:

55.0C

Example:

Prog ### Temp PAUSE Timer AUTO #18
PAUSE 9:45

Prog HOLD, CYCL, AUTOstkiMETHTBS

プログラム# (1~150) またはそれがまだ記憶されない場合?

??

Msg Done, Error, Abort ** tat/5/2/2

Temp 現在の試料温度

Timer 構成可能なポーズ時間-カウントダウン

トップレベルのユーザのインタフェース

【表6】

[0344]

40

Select Option 9600 RUN-CREATE-EDIT-UTIL TOP LEVEL display

Run

Enter program #XXX

RUN display

Edit

Enter program #XXX

EDIT display

プログラムはCRATEのディスプレイ中のプログラム の型を選択することによってつくる。ユーザは編集すべ きプログラムの最初のディスプレイに直接行く。記憶さ れたプログラムを、RUN、EDITまたはプログラム ディスプレイから数1~150を入力することによって 検索する。RUNディスプレイから有効なプログラムの 数の入力はランを自動的に開始する。EDITまたはプ 20 ログラムのディスプレイから有効な数を入力すると、編 集すべきプログラムの最初にディスプレイされる。

【0345】STOP (スクリーンを下に動かす)また はBACK(前のフィールドに動く)またはENTER (次のフィールドに動く)を押すことによって、プログ ラムを編集する。RUN-STORE-PRINT-H OMEメニューのRUNを選択するか、あるいはキーパ ッド上のRUNキーを押すことによって、プログラムを 実行する。

[0346]

【表7】

Tube type: MICRO React vol: 100uL

OPTIONキーはMICRO (MicroAmp管) からTHIN (薄い壁のGeneAmp管) に管の型を トグルする。ユーザが特別の管を構成した場合、OTH ERのオプションを添加する。異なる反応体積を入力す ることができる。これらのパラメータはこのプログラム 40 とともに記憶される。ENTERはこれらの値を受け取 る。

[0347]

【表8】

Select print mode OFF-CYCLE-SETPOINT

ユーザがランタイムプリンタのオンを構成し、そしてサ イクル、オートまたは方法のプログラムを実行している 50 保持プログラム

Create program HOLD-CYCL-AUTO-METH

CREATE display

Select function DIR-CONFIG-DIAG-DEL

UTIL display

場合、次のプリンタの選択を与えられる。CYCLEは サイクルが完結したときのみメッセージをプリントす る。SETPOINTはすべての設定点(ランプ/保持 時間および温度)についてのランタイムのデータをプリ ントする。

[0348]

【表9】

Select print mode OFF-ON

ユーザがランタイムプリンタのオンを構成し、そして保 持のプログラムを実行している場合、次のプリンタの選 択を与えられる。

[0349]

【表10】

30

Cover temp is xx°C Run starts at 100°C

加熱されたカバーが100°C以下である場合、次のスク リーンが表示される。加熱されたカバーが100℃に到 達したとき、ユーザがこのディスプレイをオンにしたと き、ランは自動的に開始する。ユーザがSTOPを打っ た場合、ランはマニュアルで再スタートしなくてはなら ない。プログラムをセーブしないでRUN-STORE -PRINT-HOMEメニューにおいてHOMEを受 け取ると、スクリーンが表示される。

[0350]

【表11】

Prog #xxx not stored Continue? YES

[0351] 【表12】

*

Beep while Hold? NO

HOLD ≠xxx XX.XC RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

Hold at xx.xC Hold FOREVER-XXX:XX

ユーザは無限のソークまたは時間限定した保持の間を選

10 ビーパーは1秒毎に1回音を出す。

保持プログラムーランタイムの表示 [0353]

【表14】

[0352]

択することができる。

【表13】

*

Hold at xx.xC xx.xC Prog XX XXXXXX

RUNTIME display

HOLD #XX PAUSE XX:XX

KEYPAD PAUSE display

None

MORE display

None

PROGRAMMED PAUSE

保持プログラムーランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

xx.xC

管の型: MICRO 反応体積: 100 μ 1 開始クロック 設定点の x. x ℃

以内

HOLDプログラム#xxx

HOLDプログラム:xx.x°C xxx:xx 実際:xx.x°C xxx

:xxまたは

HOLDプログラム:xx.x°C FOREVER 実際:xx.x°C xx

x : x x

HOLDプログラム#xxx-ランの完結 1990年11月14日 xx:x

x AM

サイクルのプログラム

[0354]

【表15】

点の数を決定する。1~9の設定点が許される。

[0355]

40 【表16】

xx.xc . CYCL #XXX RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

Setpt #1 Ramp xx:xx Hold xx:xx xx.xC

X Temperature PCR

上で入力した設定点の数は、どれだけ多くの設定点の編 集の表示されるかを決定する。ユーザは各設定点のラン プおよび保持時間を入力することができる。試料温度が 設定点のユーザが構成可能である温度内に入るとき、保 持タイマはスタートされるであろう。

不履行は3である。とれはこのプログラムにおける設定 50 【0356】

【表17】

*【表19】

Total cycles = XX Pause during run? NO

1st pause at cycl xx Pause every xx cycls

サイクルの数は上で入力した合計の数に限定される。

ユーザがポーズを欲しない場合、次の3つの表示がスキ ップされる。1~99サイクルは可能である。 [0357]

[0359] 【表20】

【表18】

Pause time xx:xx

Pause after setpt #X Beep while pause?YES

設定点の数について0を入力することは、ユーザがボー ズを望まないことを意味し、したがって次の2つの表示 がスキップされる。

[0358]

10

[0360]

xx.xC

不履行のボーズ時間はユーザの構成の中にセットされ

サイクルのプログラム-ランタイムのディスプレイ

【表21】

る。

Ramp to xx.xC xx.xC xxx:xx Cycle xx

RUNTIME display (ramp)

Setpt #x Tot Cyc xx Hrs left X.X Progxxx MORE display

Hold at xx.xC xx.xC xxx:xx Cycle xx

RUNTIME display (hold)

CYCL #XXX

xx.xC

PAUSE xx:xx

Setpt *x PAUSE xx:xx Cycle xx

PROGRAMMED PAUSE

KEYPAD PAUSE display

サイクルのプログラム-ランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μ1 開始クロック 設定点のx. x℃ 以内

CYCLプログラム#xxx

CYCL#xx

Setpt#x RAMPプログラム:xx.x℃ xx:xx 実際:xx

. x°C xx:xx

HOLDプログラム:xx. x℃ xx:xx 実際:xx. x℃ xx:x x

(9までの設定点)

(99までの設定点)

CYCLプログラム#xxx-ランの完結 1990年11月14日 xx:x

CYCLプログラム#xxx-ユーザのアボート 1990年11月14日 x

gg.

115

x:xx AM (アボートの場合のみ)

オートプログラム [0361]

【表22】

Setpt #1 xx.xC Change time/temp?YES

AUTO #XXX xx.xC RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

X Temperature PCR

ユーザがサイクル毎に時間および/または温度の増加ま たは減少しようとする場合、次の表示が与えられる。 [0364]

【表25】

delta _ x.xC xx.xC delta xx:xx

不履行は3である。 これはこのプログラムにおける設定 点の数を決定する。1~9の設定点が許される。

[0362] 【表23】

> Setpt #1 xx.xC Hold for xx:xx

OPTIONキーは矢印を上に(サイクル毎の増加)ま たは下に(サイクル毎に減少)トグルする。減少を可能 とする最大時間は設定点の保持時間に限定される。

[0365] 【表26】

上で入力した設定点の数は、どれだけ多くの設定点の編 集の表示されるかを決定する。ランプ時間が与えられな いと、計器は出来るだけ速くランプする。試料温度が設 定点のユーザが構成可能である温度内に入るとき、保持

タイマはスタートされるであろう。 [0363]

【表24】

20

*

10

Total cycles = XX

99までのサイクルが許される。

オートプログラムーランタイムのディスプレイ

[0366]

【表27】

Hold at xx.xc xx.xc cycle xx XXX:XX

RUNTIME display

AUTO #XXX PAUSE XX:XX

х

xx.xC

KEYPAD PAUSE display

Setpt #x Tot Cyc XX Hrs left X.X Progxxx

MORE display

None

PROGRAMMED PAUSE

オートのプログラム-ランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μ1 開始クロック 設定点のx. x℃ 以内

AUTOプログラム#xxx

CYCL#xx

Setpt#x RAMPプログラム:xx.x℃ xx:xx 実際:xx . x*C xx:xx

HOLDプログラム:xx. x℃ xx:xx 実際:xx. x℃ xx:x

(9までの設定点)

(99までの設定点)

CYCLプログラム#xxx-ランの完結 1990年11月12日 xx:x

CYCLプログラム#xxx-ユーザのアポート 1990年11月12日 x

x:xx AM (アボートの場合のみ)

方法のプログラム

[0367]

【表28】

METH #XXX xx.xc RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

Link progs:

*方法のプログラム-ランタイム

RUNTIME, MOREおよびPAUSEの表示は、

118

10 現在実行されているプログラムのものであろう。実行さ れているプログラムがある方法においてリンクされると き、2つの追加のMORE表示が与えられる。

[0369]

【表30】

aaa-bbb-METH **#**XXX ccc-ddd-see-fff-ggg-ADDITIONAL MORE display

とができる。ユーザが存在しないプログラム#を入力し ようとする場合、メッセージ「プログラムは存在しな い」が表示される。ユーザが他の方法を入力しようとす る場合、メッセージ「方法をリンクすることができな い」が表示される。

[0368]

【表29】

17までのプログラムをある方法においてリンクすると 20 現在実行されているプログラムの数はフラッシするであ ろう。

[0370]

【表31】

hhh-iii-jjj-kkk-111mmm-nnn-ooo-ppp-qqq

***** 30

方法のプログラムーランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μ1 開始クロック 設定点のx. x℃

以内

METHODOプログラム#xxx のデータに先行する

METHODOプログラム#xxx

プログラムデータに従う

方法のプログラムープリント

[0371] 【表32】

> Select option METHOD-PROGRAM DATA

METHOD との方法においてリンクした各プログラ ムのヘッダをブリントする。

PROGRA DATA この方法においてリンクした 50 実行し、そしてリンクすることができるが、記憶された

- すべてのリンクされたプログラム

- 方法の完結 - すべてのリンクした

各プログラムのヘッダおよび内容をプリントする。

プログラムの記憶

STORE #RUN-STORE-PRINT-HOM Eメニューから選択されるとき、プログラムを記憶する ルーチンはファイルならびに方法についてと同一であ る。プログラムを保護することによって、プログラムが ユーザの数を知らないでオーバーライトするか、あるい は消去されることがないことが保証される。他のユーザ は彼らの方法において保護されたファイルを見、編集、

119

バージョンを変更することができるであろう。 [0372]

【表33】

Store Enter program #xxx

xxxは1~150の最初の利用可能なプログラムであ

[0373]

【表34】

Progxxx is protected Enter user #xxxx

ユーザは保護されたプログラムの#を入力した。正しい ユーザの#はこのプログラムをオーバーライトするため に入力されなくてはならない。

[0374]

【表35】

Progxxx is protected Wrong user number!

誤ったユーザの#が入力された。このディスプレイは5 秒間止まった後、前のものに戻る。 ユーザは正しい#を 入力するために3回のチャンスが与えられる。

[0375]

【表36】

Progxxx is linked in Methxxx Continue?YES

> Prog #xxx User #xxxx OK to store? YES

存在するプログラムをオーバーライトできる状態にあ る。

実用性のファンクション

[0380]

【表41】

Select function DIR-CONFIG-DIAG-DEL

UTIL display

DIRは、それらのプログラムの数、ユーザの数または 50 【0382】

120

* ユーザがある方法においてリンクされたプログラムをオ ーバーライトしようとする場合、ユーザは警告されそし て連続するか、あるいはしないオプションを与えられ る。

[0376]

【表37】

Can't overwrite prog Linked in method xxx

ユーザが他の方法においてリンクされたプログラムをオ ーバーライトしようとする場合、エラーの方法が与えら れる。

[0377]

【表38】

Store Protect program? NO

20 ユーザはプログラムを保護しならびに前に保護されたプ ログラムを脱保護するチャンスを与えられる。

[0378]

【表39】

Store Enter user ≠xxxx

ユーザはプログラムを保護し、したがってユーザ#を入 力しなくてはならない。利用可能なスロットの中にプロ 30 グラムを記憶できる状態にある。プログラムが保護され る場合のみ、ユーザ#は現れる。

[0379]

【表40】

Prog #xxx User #xxxx OK to overwrite? YES

プログラムの型により、記憶されたプログラムのディレ る。プログラムが保護される場合のみ、ユーザ#は現れ 40 クトリをユーザが見るか、あるいはプリントできるよう にする。

> CONFIGは、特別の必要性に計器の使用をユーザが 調整できるようにさせる。

> 【0381】DIAGは、ランタイムの問題を診断しそ して計器の性能を評価する手段をユーザに提供する。 D ELは、プログラムの数、ユーザの数またはプログラム の型により記憶されたプログラムをユーザが消去できる ようにする。

実用性 - ディレクトリ

20

30

【表42】

Directory
PROG-TYPE-USER-PRINT

プログラム数によるディレクトリ

【0383】 【表43】

Directory
Enter program #xxx

プログラムは所定の数でスタートする数の順序で記載されるであろう。STEPキーおよびBACKキーをディレクトリ表示を通して動く。ビーパーは記載したプログラムの開始または終わりにおいて音を発する。

【0384】 【表44】

HOLD #124

STOPはユーザに上の表示に戻るようにさせる。 プログラムタイプによるディレクトリ

[0385]

【表45】

Directory HOLD-CYCL-AUTO-METH

プログラムの数は、選択した型のプログラムについて記載されるであろう。

[0386]

【表46】

CYCL #15

ユーザ数によるディレクトリ

[0387]

【表47】

Directory Enter user #xxxx

所定のユーザの数の下に記憶されたすべてのプログラム は記載されるであろう。

[0388]

【表48】

122

METH #150 User #1234

ディレクトリプリント

[0389]

【表49】

Directory Print PROG-TYPE-USER

ユーザはディレクトリが上で見られたのと同一の方法で 記載されるディレクトリのハードコピーを得ることがで きる。

実用性-ユーザの構成

[0390]

【表50】

Configuration EDIT-PRINT

ファイルの構成は、メニューからEDITを受け取るか、あるいはSTEPキーを押すことによって編集することができる。PRINTはこのファイルの内容をプリントする。

[0391]

【表51】

Time: xx:xx Date: mm/dd/yy

ユーザはシステムの時間および日付をセットすることが できる。

[0392]

【表52】

Runtime printer OFF Runtime beeper ON

40 ランタイムのプリンタがONである場合、ユーザは各ランのスタートとしてプリンタのオプションで促進される。ランタイムのビーバーがONである場合、プログラムを実行する間ビーパーは各セグメントの終わり(シーケンスのランプまたは保持部分後)音を出す。

[0393]

【表53】

Pause time-out limit xx:xx

50

この時間は、プログラムがアボート前にポーズすること ができる時間の最大量を表す。これはキーパッドのみに

[0394] 【表54】

> Allowed setpt error x.x°C

この時間は、実際の試料温度がエラーがフラッグされる 10 【0399】 前に設定点から変化できる度数を表す。

[0395] 【表55】

> Idle state setpoint XX°C

との設定点は、常に存在する制御の冷却電力をバランス するために有用である。試料温度は、計器がアイドルで 20 あるときはいつでも、アイドル状態に維持される。

[0396]

【表56】

Start clock within x.x°C of setpoint

実行するプログラムのセグメントを時間決定するクロッ クは、それが試料温度のこの温度内を獲得するとき、ト リガされるように構成することができる。通常の値は 1.0℃である。

[0397] 【表57】

Special tube? NO

ユーザがMicroAmpまたは薄い壁のGeneAm pの管以外の異なる型を使用しようとする場合、ユーザ はYESに対してこのオプションをセットし、そして少 なくとも3対の反対体積および管の時間定数のデータを 入力しなくてはならない。この曲線を使用して、ランの 開始のときユーザが入力した反応体積に依存して、各ラ ンについて正しいタウ (管の時間定数)を外挿すること ができる。

[0398] 【表58】

> Rxn vol=xxxuL T=xxxs Rxn vol=xxxuL T=xxxs

124

ユーザが「特別の管」をYESにセットした場合、3組 のスクリーンが与える。

実用性ー消去

【表59】

Delete

PROGRAM-USER-ALL

プログラムによる消去

[0400]

【表60】

Delete Enter program #xxx

すべてのプログラム (ファイルおよび方法) は数により 消去することができる。

30 [0401]

【表61】

Can't delete progxxx Linked in methodxxx!

プログラムはそれをある方法においてリンクした場合消 去することができない。

[0402]

【表62】

Progxxx is protected Enter user #xxxx

ユーザは保護されたプログラムの#を入力した。正しい ユーザの#を入力して、とのプログラムを消去しなくて はならない。

[0403]

【表63】

50

40

Progxxx is protected Wrong user number!

誤ったユーザの#が入力された。この表示が5秒間止ま った後、前の表示に戻る。ユーザには正しい#を入力す 、る3回のチャンスを与えられる。

[0404] 【表64】

> Prog #xxx User #xxxx Delete program? YES

プログラムの消去状態。ユーザ#はプログラムが保護さ れたとき現われる。

ユーザによる消去

[0405]

【表65】

Enter user #xxxx

所定のユーザの数が与えられた後、プログラムを消去す ることができる。

[0406]

【表66】

Delete No progs with #xxxx

所望のユーザの#でプログラムが存在しない場合、次の メッセージが表示される。

[0407]

【表67】

Progs linked in meth STEP to list progs

プログラムがある方法においてリンクされる場合、プロ グラムを消去することができる。STEPキーリンクし 40 たプログラムのリストを通してサイクルするであろう。

[0408]

【表68】

Can't delete progxxx Linked in methodxxx!

リンクしたプログラムのリストは、どの方法でプログラ ムをリンクしたかを示すであろう。

[0409]

【表69】

User #xxxx Delete all progs?YES

これはリンクされていない所定のユーザの#のすべての プログラムを消去しないであろう。

126

10 全消去

[0410]

【表70】

Delete every unprotected prog?YES

これは保護された方法でリンクされない、すべての保護 されてないプログラムを消去するであろう。

実用性-ユーザの診断

20 診断テストを実行している間、STOPキーはユーザを トップレベルの診断スクリーンにユーザを常に戻し、そ してテストの数ねよび名前を次のテストに自動的に増加 する。これは有効な診断を通るサイクリングをマニュア ルに促進する。

[0411]

【表71】

30

Enter Diag Test #1 REVIEW HISTORY FILE

ユーザは診断を実行する数を入力することができるか、 あるいはSTEPまたはBACKキーを使用して有効な テストを通してサイクリングすることができる。STE PまたはBACKキーを押す毎に、テストの数は増減さ れ、そして関連するテストの名前が表示される。この特 徴は、ユーザが各テストに関連する数を記憶する必要性 を排除する。

履歴ファイルのレビュー

[0412]

【表72】

Enter Diag Test #1 REVIEW HISTORY FILE

履歴ファイルは、500までの最近のランのレコードを 記憶することができる、バッテリーRAM中の循環バッ ファである。バッファが充満されているとき、最も古い 入力はオーバーライトされるであろう。バッファは自動 的にクリアされた後、プログラムは実行される。

50 [0413]

【表73】

HISTORY nnn recs ALL-STAT-ERRORS-PRNT

履歴ファイルのヘッダはファイル中の現在のレコードの 数(「nnn」)を表示する。ALLはすべてのレコー ドを見る。ATARTは状態のレコードのみを見る。E RRORSはエラーのメッセージをもつレコードのみを プリントする。レコードの2つの型は、1)プログラム についての情報を与える状態のレコードおよびプログラ ムにおいて各保持およびランプセグメントについての情 報を与えるデータのレコードである。保持プログラムは 1つの保持セグメントとして処理され、そしてデータの レコードはファイルが終わるとき記憶されるであろう。 数百の入力(50サイクル×6設定点=350入力)が 存在できるので、ファイルを通る2方向の動きが要求さ れる。ほとんどのプログラムはPCRプログラムは3ま たは6設定点および40以下のであろうことに注意す る。入力は通常逆の順序で外観され、こうして見られる レコードは書き込まれた最後のレコードであろう。ユー ザが見るべきレコードの型を選択した場合、STEPま たはBACKは選択した型の1回の入力によりバッファ*

状態のメッセージ

管の型: x x x x 反応体積: x x x μ l

C1kスタートw/x. x°C

スタートxx/xx/xx

xx:xx

終わりxx/xx/xx:xx

方法の完結

ポーズx x : x x, x x. x °C

致命的なスタートのメッセージ センサーのエラー 電力の故障 x x x. x 時間 ユーザのアボート ポーズ

致命的な設定点のエラー

128

*を上下するであろう。STEPまたはBACKの前にあ る数を置くことによって、第2ラインを「スキップ#x xx入力」で置換する。ユーザはある数を入力し、そし てENTERを押してその値を受け取り、そして入力の 数はスキップされ、前進(STEP)または後進(BA CK) する。STEPまたはBACKの前にRNUキー を配置することによって、ユーザは選択した型の最大の レコード#(最新のレコード)またはレコード#1(最 も古いレコード) に急速に動くことができる。STOP 見る。PRNTは履歴ファイルのすべてまたは一部分を 10 は外観モードを停止し、そしてファイルのヘッダを表示 する。

状態のレコード

[0414]

【表74】

·ffff #xxx/mmm message

nnn

fffffj thold, CYCL ** that a UTO or a 20 る。「xxx」はプログラムの数である。「/mmm」 はリンクしたプログラムについての方法の数、そのほか にである。「nnn」はレコードの数である。「メッセ ージ」は次の1つである。

ランにおいて使用した試料管の型 反応において使用した反応体積 保持クロックは設定点のとの温度内でスター トする ランのスタートの時間および日付

ランの終わりの時間および日付 方法にリンクしたすべてのプログラムは完結

プログラムはこの温度においてこの時間の間 ポーズした

センサーは1列で10回の悪い読みを有した 電力はとの量の時間の間オフであった ユーザはSTOPキーをランの間に押す キーパッドのポーズはその構成可能な時間限 界に到達した。

計算した量の時間以内に設定点に到達しない 場合、プログラムをアポートするための要件 である。開始ランブ温度(0℃~100℃、 10°Cの増分)対終了のランプ温度(同一軸 のラベリング) の10×10のルックアップ テーブルは、TC2が任意の所定量の度でラ ンプを上下するために要する平均時間であろ

129

う。設定点が次のようにして計算した量の時 間で到達しない場合、ファイルはアボートさ れるであろう。

プログラム可能なランプ時間+(2*ルックアップテー ブルの値) +10分

データのレコード

「f」はHOLD、CYCLまたはAUTOである「x xx」はプログラムの数である

[0415]

【表75】

f#xxx/mmm ddd.dC nnn Cycyy Setpt z mmm:ss

「/mmm」はリンクしたプログラムそのほかにブラン クについての方法の数である

「ddd.d」は設定点の温度である

「nnn」はレコードの数である

「yy」はサイクル数である

「z」は設定点の数である

「mmm. ss」は設定点の時間である

サイクルおよび設定点の数のファイルは保持プログラム のために省略されるであろう。

データエラーのレコード

[0416]

【表76】

ddd.dC nnn message Cycyy Setpt z mmm:ss

「ddd.d」は終わりの設定点の時間である

「nnn」はレコード数である

「yy」はサイクル数である

「z」は設定点の数である

「mmm.ss」は設定点の時間である

「メッセージ」は、次のように非致命的エラーを示す:

非致命的エラーのメッセージ

ステップのエラー 設定点は計算した時間で到達しなか otc:

プログラム可能なランプ時間+(2*ルックアップテー 40 ブルの値)

プログラムのエラー 設定点の温度または時間の自動的 プログラムの自動的増加/減少は、保持時間をネガティ ブに進行させるか、あるいは時間を0.1~100℃の 中から外に進行させる。

【0417】温度のエラー セグメントの終わりにおい て、設定点の温度は+/-ユーザの構成量でドリフトし た。保持プログラムについて、サイクルおよび設定点の フィールドは省略されるであろう。

履歴ファイルをプリントする

履歴ファイルのヘッダのメニューを通して、履歴ファイ ルのプリントのルーチンにアクセスする。OPTION

のキーはオプションを通してカーソルをサイクルする。

[0418]

【表77】

HISTORY nnn recs ALL-STAT-ERRORS-PRNT

PRNTがプリントスクリーンを表示している位置にカ ーソルがあるとき、ENTERキーを押す:

[0419]

【表78】

Print History ALL-STAT-ERRORS

20

ALL ファイル中のすべてのレコードをプリントする STAT 状態のレコードのみをプリントする ERRORS エラーのメッセージをもつレコードのみ をプリントする

プリントのオプションの1つが選択されるとき、次のス クリーンが表示される:

[0420]

【表79】

30

Print History Print from prog #xx

第1 (最も最近) のプログラム数は不履行のプログラム であろう。ユーザはプリントを開始すべきプログラムの 数を変化させることができる。プリントの間、次のスク リーンが表示される:

[0421]

【表80】

Print History ...printing

プリントの終わりにおいて、プリントの履歴のメニュー が再び表示される。

ヒータのテスト

[0422]

【表81】

50

Chiller test PASSES

Enter Diag Test 12 HEATER TEST

ヒータのテストは、その温度が35℃から65℃に上昇するとき試料ブロックの加熱速度を計算する。それがブロック温度を35℃に戻すとき、次のスクリーンが表示される。

[0423]

【表82】

Heater Test Blk=XX.X going to 35c...

温度が安定化したとき、すべてのヒータは全電力のオンにされる。ことで表示は「60℃に行く」を読み、そしてブロック温度はそれが50℃を通過した後20秒間モニターされる。20秒後、合格または不合格のメッセージが表示される。

[0424]

【表83】

Heater Test PASSES

冷却テスト

[0425]

【表84】

Enter Diag Test /2 CHILLER TEST

冷却テストは、試料ブロックの温度が35℃から15℃ に低下するとき、試料ブロックの冷却速度を計算する。 それがブロック温度を35℃にさせるとき、次のスクリーンが表示される。

[0426]

【表85】

Chillr Test Blk=XX.X going to 35C...

温度が安定化されるとぎ、冷却はオンである。ことで「15℃に行く」を読み、そしてブロック温度はそれが25℃を通過した後20秒間モニターされる。20秒間、合格または不合格のメッセージが表示される。

[0427]

【表86】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の教示に従うサーマルサイクラーのブロック線図である。

【図2】本発明の教示に従う試料ブロックの平面図である.

10 【図3】バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルを示す試料ブロックの側面図である。

【図4】試料ブロックの端面図である。

【図5】試料ブロックの端面図である。

【図6】図2中の切線6-6′ に沿って取った試料ブロックの断面図である。

【図7】図2中の切線7-7′ に沿って取った試料ブロックの断面図である。

【図8】図2中の切線8-8′ に沿って取った試料ブロックの断面図である。

20 【図9】3ゾーンのフィルムヒータおよびブロック支持 体とのアセンブリー後、試料ブロックの構造の断面、側 面図である。

【図10】3ゾーンのフィルムヒータに対して電力制御 の形態を示す電力ライン電圧のグラフである。

【図11】典型的な3インキュベーションPCRプロトコルを示す温度のグラフである。

【図12】局所的ゾーンの概念を示す試料ブロックの断面図である。

【図13】3ゾーンのヒータの平面図である。

30 【図14】低すぎる試料管配置力Fのでの作用を示す、 試料温度対時間のグラフである。

【図15】試料ブロックの中に配置された試料管および キャップの断面図である。

【図16】(A) R C 回路のインバルスの応答のグラフである。(B) インバルス励起バルスのグラフである。

(C) ブロックの熱インバルスの応答および温度履歴の回旋が計算した試料温度を与える方法を示すグラフである。(D) 試料ブロック/試料管システムの熱的応答の電気的アナログを示す。

40 【図17】3ゾーンのヒータの制御に使用する方程式に ついての比例定数が適切にセットされるとき、6つの異 なる試料のすべての計算した温度が標的温度上で互いに 約0.5℃以内へ収束する仕方を示す。

【図18】変性標的温度が発生したDNAの量に影響を 与える方法を示すグラフである。

【図19】スライドカバーおよび加熱された定盤の断面 図である。

【図20】スライドカバー、試料ブロックおよび加熱された定盤の下降に使用したノブの斜視図である。

50 【図21】(A)試料ブロック上に配置されたときの、

フレーム、リテイナー、試料管およびキャップの1つの 実施態様のアセンブリーの断面図である。(B)試料ブ ロック上に配置されたときの、フレーム、リテイナー、 試料管およびキャップの好ましい実施態様のアセンブリ ーの断面図である。

133

【図22】マイクロタイタープレートについてのプラス チックの使い捨てフレームの上、平面図である。

【図23】フレームの底、平面図である。

【図24】フレームの端、側面図である。

【図25】フレームの他の端、側面図である。

【図26】図22における切線26-26′に沿って取 ったフレームの断面図である。

【図27】図22における切線27-27′に沿って取 ったフレームの断面図である。

【図28】フレームのへりの側面図および部分断面図で

【図29】好ましい試料管の断面図である。

【図30】試料管の上部の断面図である。

【図31】キャップのストリップの部分の側面図であ

【図32】キャップのストリップの一部分の上面図であ

【図33】96ウェルのマイクロタイタートレーのプラ スチックの使い捨てリテイナー部分の上、平面図であ

【図34】リテイナーの部分的区画の側面図である。

【図35】リテイナーの端、側面図である。

【図36】図33における切線36-36′に沿って取 ったリテイナーの断面図である。

【図37】図33における切線37-37′に沿って取 30 34…熱交換器 ったリテイナーの断面図である。

【図38】96ウェルのマイクロタイタートレーのプラ スチックの使い捨て支持体のベースの平面図である。

【図39】ベースの底平面図である。

【図40】ベースの側面図である。

【図41】ベースの端側面図である。

【図42】図38において切線42-42′に沿って取 った支持体のベースの断面図である。

【図43】図38において切線43-43′に沿って取 った支持体のベースの断面図である。

【図44】図38において切線44-44′に沿って取 った支持体のベースの断面図である。

【図45】いくつかの試料管およびキャップが所定位置 にあるマイクロタイタートレーからなる、プラスチック の使い捨て物品の分解斜視図である。

【図46】図1における冷却液制御システム24の線図 である。

【図47】本発明に従う制御エレクトロニクスのブロッ ク線図である。

【図48】本発明に従う制御エレクトロニクスのブロッ 50 61…温度センサー

ク線図である。

【図49】本発明に従う制御エレクトロニクスのブロッ ク線図である。

【図50】典型的な試料期間の時間ライン線図である。

【図51】商品名MAXIAMPで市販されている、高 い薄い壁の試料管の側面断面図である。

【図52】薄い壁の試料管および薄い壁の先行技術の管 の間の応答時間の差を示すグラフである。

【図53】試料管およびキャップの平面図である。

10 【図54】パワーアップ試験順序のフローチャートであ

【図55】パワーアップ試験順序のフローチャートであ

【図56】パワーアップ試験順序のフローチャートであ

【図57】パワーアップ試験順序のフローチャートであ

【符号の説明】

1~7…カラム

20 10…試料

12…試料ブロック

14…加熱されたカバー

16…端末

18, 22…バス

20…制御コンピュータ

24…冷却液制御システム

26…入力管

28…出力管

30、32…管

36…入力管

38…出力管

39…溜

40…冷却装置

41…ポンプ

42…ファン

44…フィン管凝縮器

45.46…管

47…分岐交差

40 48…熱

49…バイアス冷却チャンネル

50…管

51…レストリクター

52.54…パス

53…入力

55…2状態のソレノイド作動弁

56…周囲空気温度センサー

57…ランプ冷却チャンネル

58…ライン

63…センサー

67…円錐形壁

68…試料ウェル

70…溜

78…みぞ、スロット

82…点

83,89,90…試料ウェル

91, 93, 95, 97, 99…冷却チャンネル

100~107…ランプ冷却チャンネル

116…底面

122…ハイブリダイゼーションインキュベーション

135

128, 130, 132…孔

130, 132…ねじ孔

134~143…孔

146…ボルト

147…スピルカラー

148…はがね支持ブラケット

150, 152…コイルばね

154…はがね圧力板

156…マルチゾーン試料ブロックフィルムヒータ

158…シリコーンゴムのパッド

160…エポキシ樹脂フォームの層

162…ネガティブのハーフサイクル

164…ポジティブのハーブサイクル

166…分割線

170…変性インキュベーション

172…ハイブリダイゼーションインキュベーション

174…伸長インキュベーション

198…冷却チャンネル

200, 202…局所的領域

228, 230…へりの表面

234…試料ウェル

250, 252...~)

254…中央ゾーン

256, 258…へりヒータ領域

260, 262…マニホールドヒータ領域

266, 268…プラスチック冷却液マニホールド

276…試料混合物

282…温度応答曲線

288…試料管

292…対流の流れ

294…ピーク

312…レッドスクリューアセンブリー

316…すべりカバー

318…ノブ

320. 322…レール

324, 326…試料管

332, 334…インデックスマーク

336…飾り板

338…プラスチックキャップ

340…プラスチックトレー

342…マイクロタイタープレートのフレーム

346…上部のへり

368…円錐形プラスチック壁

372…水平のプラスチックプレート

376…試料管

378…内側へり

382…孔の対向するへり

386…リテイナー

10 394…ウェブ

396…タブ

402…単一の水平のプラスチック平面

410…孔

414…プラスチックタブ

416, 418…スロット

420…ベース

424…典型的な試料管

450…マイクロプロセッサ

452…アドレスパス

20 454…データバス

456...EPROM

458…バッテリーバックアップRAM

460…システムクロック/カレンダー

462…アドレスデコーダー

464…チップセレクトバス

466…キーボード

468…ディスプレイ

470…キーボードインタフェース回路

472, 474…プログラム可能な間隔タイマ

30 476…割込みコントローラー

478 ··· UART

480 ··· RAM

482…プログラム可能な割り込み制御装置(PIC)

484…プログラム可能なアレイ論理チップ(PAL)

486…12ビットのアナログ対ディジタルコンバータ ー(A/D)

492, 494…マルチプレクサ

496…2,000オームの抵抗器

498…+15ボルトの調整された電力供給

40 500…ゼンナーダイオード

506…較正電圧発生器

512…RMS対DCコンバーター回路

516…ステップーダウントランス

530, 532, 534, 536…光学的に連結された

トライアックドライバー

538…制御バス

546.548…熱的カットアウトスイッチ

550…「パーソナリティ」プラグ

566…ゼロ交差検出器

50 568…2ラインパス

The state of the s

570…電力トランス

572, 574…調整された電力供給

576…非調整電力供給

578…アナログ増幅器

590…間隔

592…開始時間

594…時間

600…出力ライン

*602,604…単安定マルチバイブレータ

138

614…ソレノイドコイル

616…電力供給「レール」

620…電流制限抵抗器

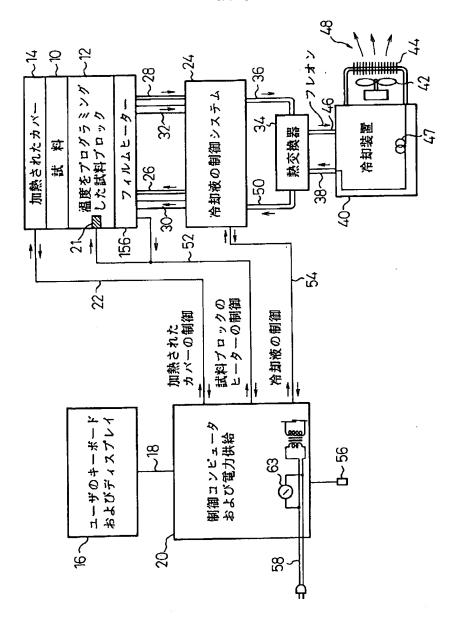
624…ソレノイド作動弁

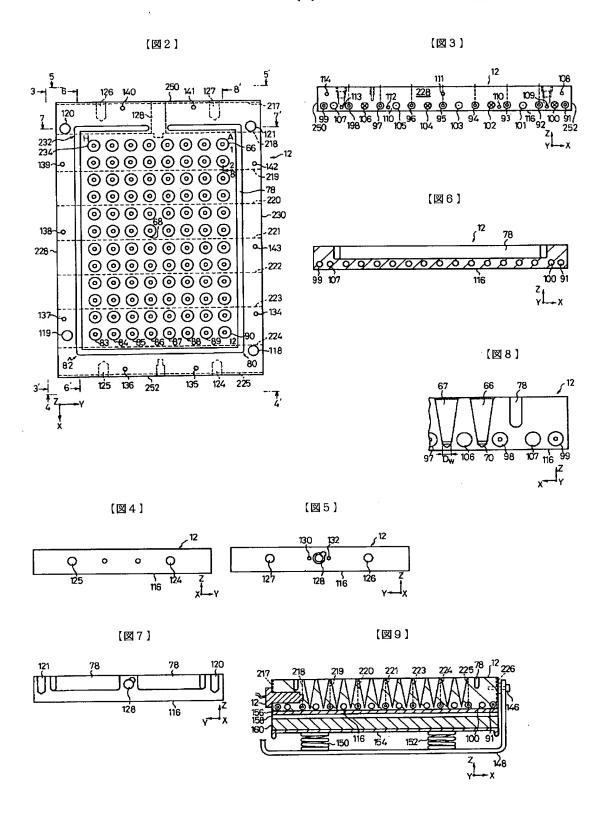
632…タイムアウトワンショット

650…ポリプロピレンのキャップ

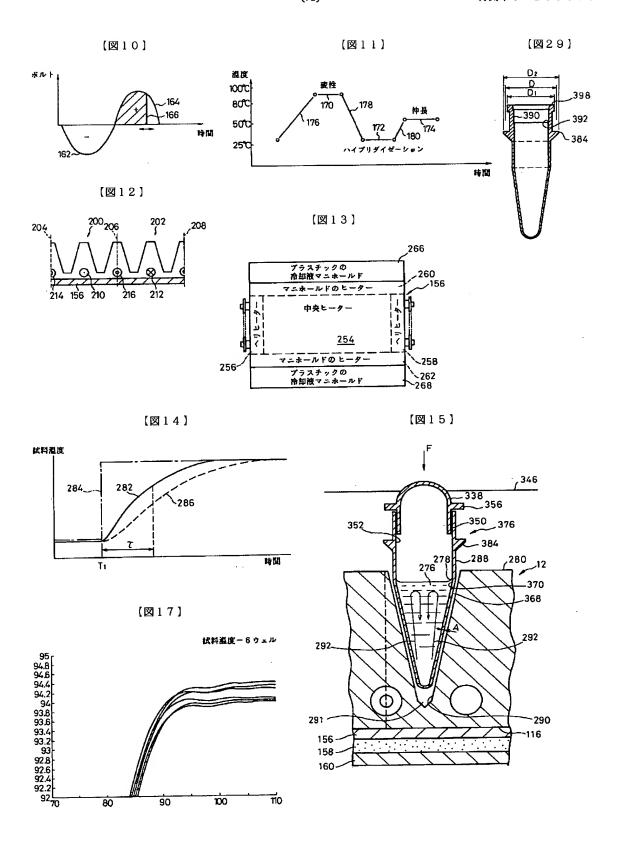
* 652…プラスチックウェブ

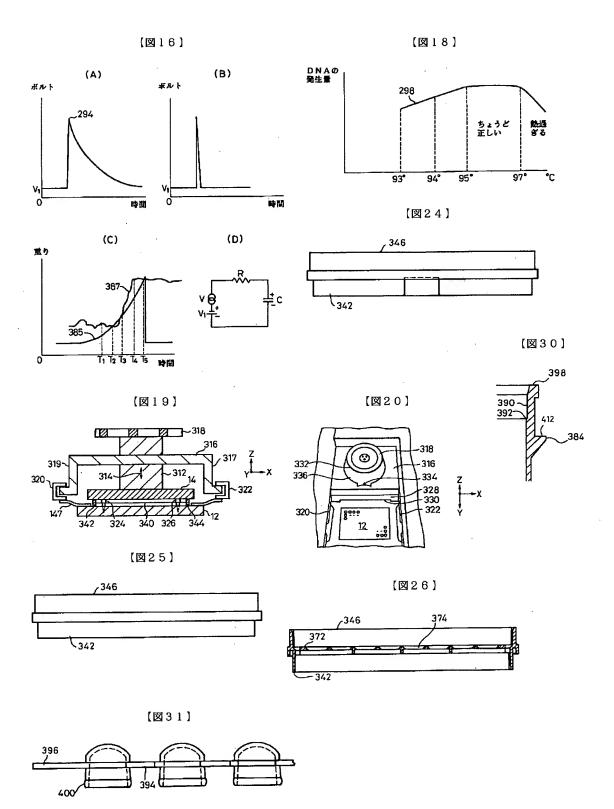
【図1】

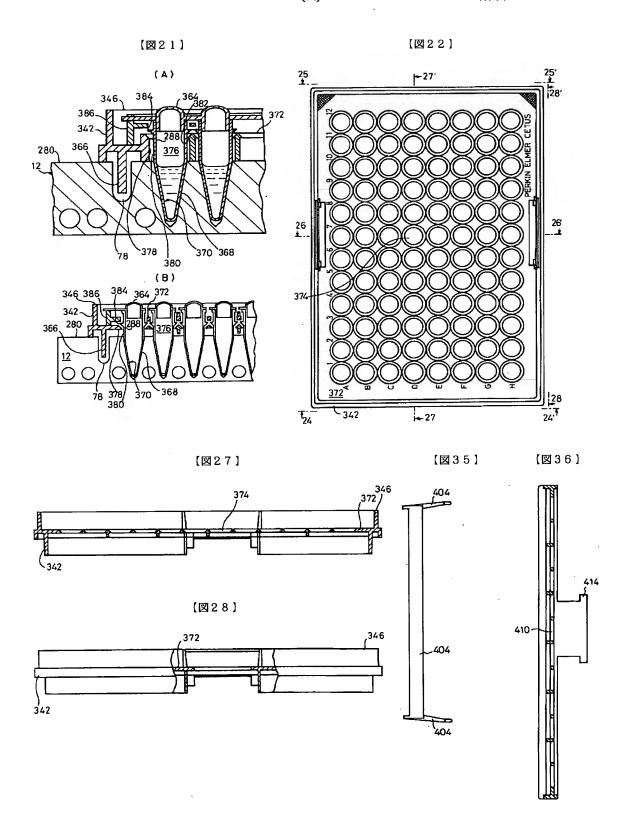


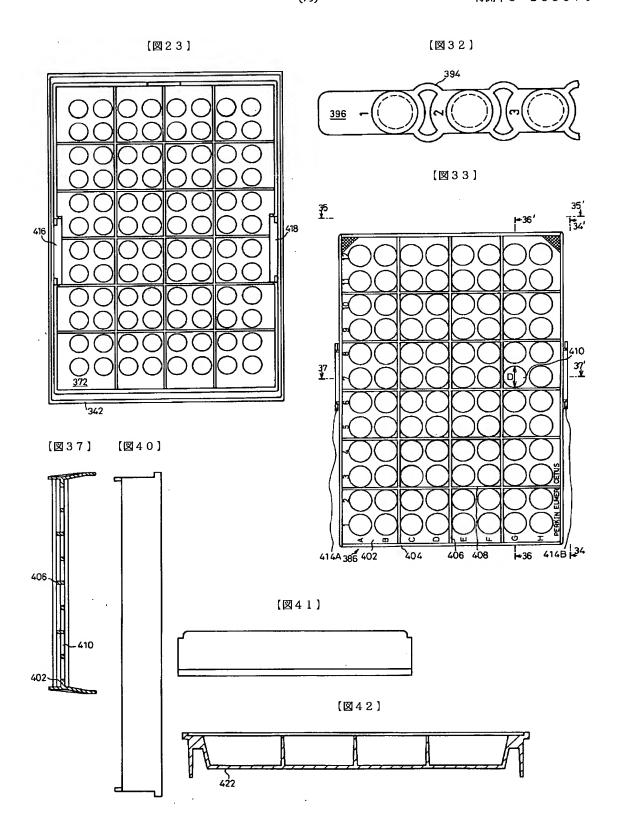


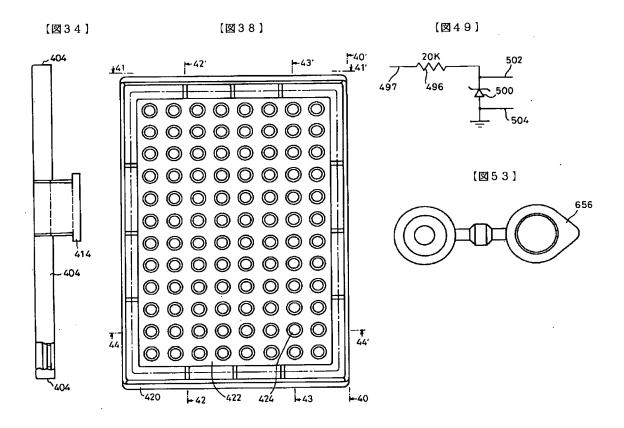
The State Court of the State of

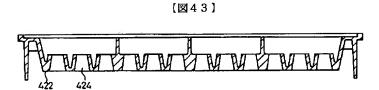


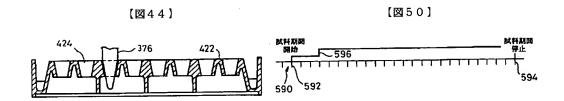




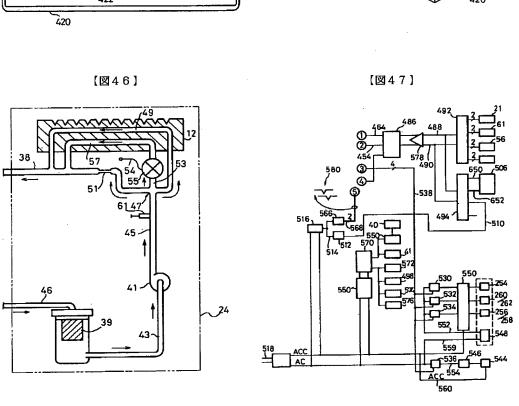




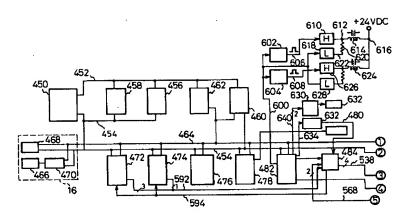




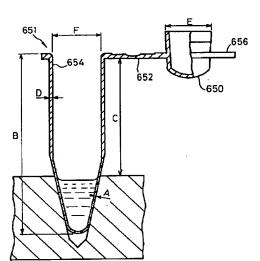
【図45】 【図39】 420



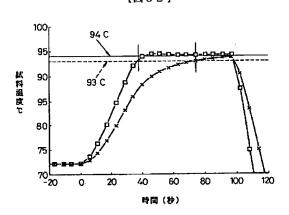
【図48】



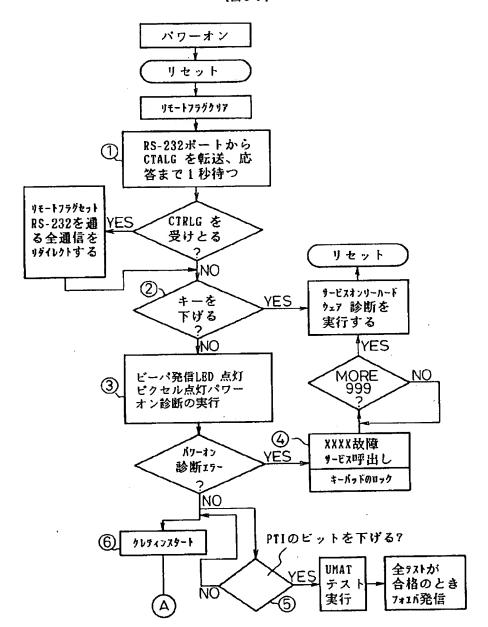




【図52】

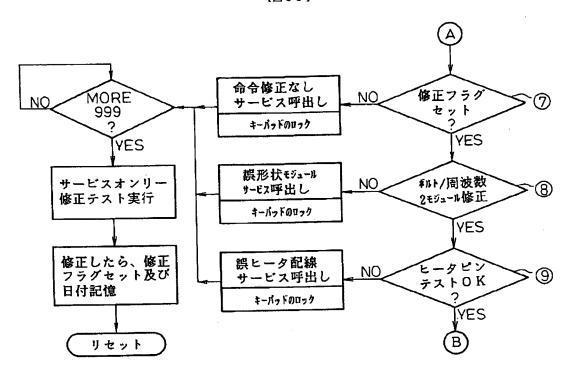


【図54】

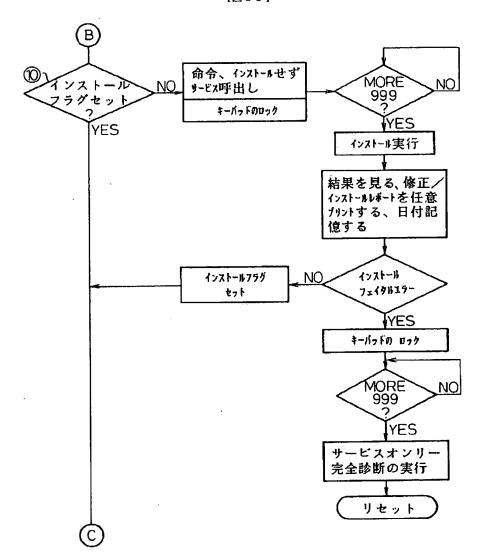


というない 一般の変ながれること

【図55】

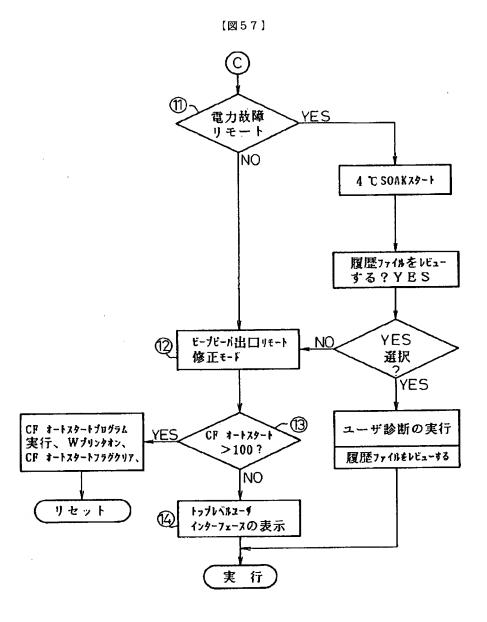


【図56】



Contract Con

Page 1



【手続補正書】

【提出日】平成4年2月29日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】

明細書

【発明の名称】 温度制御を用いたポリメラーゼ連鎖反

応の自動実施装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定体積の液体試料混合物を収容した少くとも1つの試料管内で、ポリメラーゼ連鎖反応を制御下において自動的に行わせる装置であって、

a) 前記少くとも1つの試料管用の少くとも1つのウェルを有する試料ブロックと、

b) 演算装置と

<u>c) 前記試料ブロックの温度を変化させるために前記演</u> 算装置によって制御される加熱及び冷却手段と、 d) 前記試料ブロックに熱的に接続されて、前記演算装置に前記試料ブロック温度を常時入力するブロック温度 センサとを備え、

前記演算装置は前記液体試料混合物の温度を、前記試料 ブロックの温度の時間変化についての関数として決定す る手段を備えた装置。

【請求項2】 前記演算装置は、前記試料管と前記試料混合物の前記体積に対応する第一の熱的時定数に関連した1またはそれ以上の数値を格納する手段と、前記ブロック温度センサに対応する第二の熱的時定数の格納手段とを備えた請求項1の装置。

【請求項3】 前記試料温度を前記試料ブロックの温度の時間変化についての関数として決定する前記手段は、前記試料温度を前記第一と第二の熱的時定数の関数として決定する手段を含む請求項2の装置。

【請求項4】 前記演算装置は今回のサンプリング区間の現在時刻nにおける前記資料温度を次の式により決定する請求項3の装置。

 $\frac{T_{\text{sapp}} = T_{\text{sapp}-1} + (T_{\text{sn}} - T_{\text{sapp}-1}) * t}{\text{interval} / t a u}$

ことでT...... は時刻nにおける試料温度、

T, and the join - 1 における前回のサンプリング区間の試料温度

Tonは時刻nにおけるブロック温度

 $t_{interval}$ はサンプリング区間の時間間隔を秒で表したもの、

tauは前記第一の熱的時定数から前記第二の熱的時定数を引いたものである。

【請求項5】 <u>前記第一の熱的時定数は約5秒から14</u> 秒の範囲である請求項4<u>の装置。</u>

【請求項6】 保持時間と温度との関係を規定するための、ユーザにより設定される設定点を入力する入力装置を更に備え、前記演算装置は前記加熱及び冷却手段を、前記ユーザにより設定された設定点と前記試料温度との関数として制御する請求項5の装置。

【請求項7】 <u>前記設定点温度は目標試料温度である請</u>求項6の装置。

【請求項8】 保持時間と温度との関係を規定するための、ユーザにより設定される設定点を入力する入力装置を更に備え、前記演算装置は前記加熱及び冷却手段を、前記ユーザにより設定された設定点と前記試料温度との関数として制御する請求項1の装置。

【請求項9】 前記試料ブロックは、前記試料管を保持するための試料ウェル列を上面に備えた中央領域と、試料ブロックの両側の、大気に熱的な接触を保っている終端縁を含む終端縁領域と、試料ブロックの両側の、2つのマニホルド縁を含むマニホルド領域とを備え、前記マニホルド縁はマニホルドに熱的に接続されている請求項7の装置。

【請求項10】 前記加熱手段は、前記中央領域に熱的

に接続された中央加熱ゾーンと、前記終端縁領域に熱的 に接続された縁部加熱ゾーンと、前記マニホルド領域に 熱的に接続されたマニホルド加熱ゾーンとを有するヒー タである請求項9の装置。

【請求項11】 前記演算装置は前記加熱ゾーンに今回 のサンプリング区間において加えるエネルギを以下の方 法で決定する請求項10の装置。

- a) 前記ブロックに今回のサンプリング区間において付 与する、エネルギ損失を考慮しない合計エネルギ量を表 す理論上の第二のエネルギ値を決定し、
- b) 前記第二のエネルギ値を、今回のサンプリング区間中にそれぞれの前記加熱ゾーンに付与する理論エネルギ値に分け、
- c) 今回のサンプリング区間におけるそれぞれの前記領 域のエネルギ損失を決定し、
- d) 今回のサンブリング区間における前記それぞれの加熱ゾーンに付与するエネルギ値を前記それぞれの領域のエネルギ損失を考慮して決定する。

【請求項12】 前記ユーザにより設定される設定点の一つは所定の変化速度で前記試料温度を上昇させたときの変化後の目標試料温度であり、前記演算装置は、前記加熱ゾーンの全部に付与する前記理論上の第二のエネルギを決定する手段であって以下のものを含む手段を備えた請求項11の装置。

- a) 前記所定の変化速度を得るために全加熱ゾーンに付与する第四のエネルギ値を決定する手段、
- b) 今回のサンプリング区間における試料ブロックの前 記温度を前記第四のエネルギ値の関数として決定する手 段、
- c) 今回のサンプリング区間における前記試料温度を決定する手段、
- d) 変化後の目標試料温度、前回のサンプリング区間に おける試料温度との差のうち、今回のサンプリング区間 内に上昇させるべき温度増加分を決定する手段、及び、 e) 今回のサンプリング区間中に前記温度増加分だけ試料温度を上昇させるための前理論上の第二のエネルギ値 を決定する手段。

【請求項13】 付加的に、前記試料ブロックに加えられる一定量のバイアス冷却を有し、前記演算装置は、所望の変化率を得るための全加熱ゾーンへの合計の第四のエネルギを次の式により決定する請求項12の装置;

Power=CP/ramp rate+biasCCで、Powerは所望の変化率を得るために全加熱ゾーンへ付与される合計エネルギ、

CPは前記ブロックの熱的質量、

biasは前記パイアス冷却の冷却エネルギ、

ramp rateは昇温後の目標試料温度と昇温開始 時の試料温度との差を所望の変化率で割った値、である。

【請求項14】 前記演算装置は今回のサンプリング区

間における前記試料ブロックの前記温度を次の式により 決定する請求項12又は13の装置:

 $T_{an} = T_{an-1} + Power*(t_{interval}/CP)$ $CCCT_{an-1}$ は時刻n - 1 におけるブロック温度

tintervalはサンプリング区間の時間間隔を秒で表したもの

CPは前記ブロックの熱的質量

Powerは前記第四のエネルギである。

【請求項15】 前記演算装置は今回のサンプリング区間中に上昇させるべき前記温度増加分を得るための前記理論的な第二のエネルギを次の式により決定する請求項12から14のいずれか1項の装置:

 $\frac{Pwr = CP/t_{interval}*((SP-T_{sampn-1})*F}{*tau/t_{interval}+T_{sampn-1}-T_{an}}$ \underline{CCCPwr} は今回のサンプリング区間内に上昇させる

<u>CとでPwrは今回のサンプリング区間内に上昇させる</u> べき前記温度増加分を得るための前記理論的な第二のエ ネルギ値、

CPは前記ブロックの熱的質量、

SPは前記変化後の目標試料温度、

Fは前記変化後の目標試料温度と前記試料温度との差の うち、今回の計測区間内に上昇させるべき温度増加分で ある。

【請求項16】 前記 t_{interval}の値は約0.2である 請求項12から15のいずれか1項の装置。

【請求項17】 前記液体試料混合物の前記所定体積は 約20から100マイクロリットルの範囲である請求項 1の装置。

【請求項18】 前記演算装置は、残存している誤差を 排除するために、前回のサンプリング区間における前記 試料温度が前記変化後の目標試料温度に対して、所定の 積分帯域内にある場合には、今回のサンプリング区間に おいて上昇させるべき前記温度増分の値を修正する請求 項12から15のいずれか1項の装置。

【請求項19】 前記積分帯域は約±0.5℃である請求項18の装置。

【請求項20】 前記演算装置は、前回のサンプリング 区間内において物理的制約のために供給されなかったエネルギ量を補償するために、次の式で表されるエネルギ 補正項を加えることによって、今回のサンプリング区間中に上昇させるべき温度増加分を得る前記理論上の第二のエネルギ値を修正する請求項12から19のいずれか1項の装置:

 $\frac{int \quad sum_{n} = int \quad sum_{n-1} + (SP-T)}{sum_{n-1}}$

pwr adj=ki*int sum,

ととでpwr adjは前記エネルギ補正項、

int sum。は時刻nにおける累積積分項の値、

<u>int sum。</u>, は時刻n-1 における累積積分項の 値

SPは前記変化後の目標試料温度、

T..., は時刻n - 1 における試料温度、

k i は積分ゲイン定数である

【請求項21】 前記積分ゲイン定数は約512である 請求項20の装置。

【請求項22】 前記演算装置は前記理論上の第二のエネルギ値を前記それぞれの加熱ゾーンに各ゾーン面積に比例して配分する請求項11の装置。

【請求項23】 前記演算装置は、

<u>a)</u> 前記試料ブロックの発泡体の裏張りに今回のサンブ リング区間中に奪われるエネルギを決定し、

b) 前記マニホルドに今回のサンプリング区間中に奪われるエネルギを決定し、

c) 前記終端縁領域に今回のサンプリング区間中に奪われるエネルギを決定することによりエネルギ損失を決定する請求項11の装置。

【請求項24】 前記演算装置は、

a) 今回のサンプリング区間における前記発泡体の裏張りの温度を決定し、

<u>b) 今回のサンプリング区間におけるブロック温度を決</u>定し、

c) 前記発泡体の裏張りに奪われるエネルギを、前記今回のサンブリング区間における発泡体の裏張りの温度と、前記今回のサンブリング区間におけるブロック温度と前記発泡体の裏張りの熱的時定数との関数として決定する、請求項23の装置。

【請求項25】 前記演算装置は、今回のサンプリング 区間における発泡体の温度を次の式により決定する請求 項24の装置。

 $\frac{T_{\text{form}} = T_{\text{form}-1} + (T_{\text{Bn}} - T_{\text{form}-1}) * t}{10 \text{ terval} / t \text{ a} \text{ u} \text{ 2}}$

ととでTrosen は時刻nにおける発泡体温度、

T_{roagn-1} は時刻n-1における発泡体温度、

tau2は前記発泡体の裏張りの時定数である。

【請求項26】 前記t a u 2は約30秒、t_{intervel}は約0.2である請求項25の装置。

【請求項27】 前記演算装置は、今回のサンプリング 区間における前記試料ブロックの温度を次の式により決 定する請求項24から26のいずれか1項の装置。

 $T_{Bn} = T_{Bn-1} + power * (t_{interval}/CP)$

<u> ととでT_{n-1}は時刻n-1におけるブロックの温度、</u>

tintarvaiはサンプリング区間の時間間隔、

CPは前記ブロックの熱的質量、

powerは前記所定の温度変化速度を得るための全部の加熱ゾーンに加えられる第四の合計エネルギである。 【請求項28】 前記演算装置が前記発泡体裏張りに奪われるエネルギを、

 $foam - pwr = C * (T_{so} - T_{foago})$

但し、 f o a m - p w r は時刻 n における前記発泡体裏 張りに奪われる前記エネルギ損失、T_{ross}。は時間 n に おける発泡体の温度に等しく、C は発泡体裏張りの熱的 質量に等しい、

<u>による前記発泡体裏張りの前記温度の関数として決定する請求項24から27のうちのいずれか1項の装置。</u>

【請求項29】 前記試料ブロックに常時加えられるバイアス冷却剤を分配する手段をさらに具備し、前記演算 装置が、前記今回のサンブリング区間での前記マニホル ドに対するエネルギ損失を、

 $\frac{\text{manifold loss} = \text{KA} \left(T_{\text{en}} - T_{\text{An}} \right) + \text{K}}{\text{C} \left(T_{\text{en}} - T_{\text{cn}} \right) + \text{TM} \left(\text{dT} / \text{dt} \right)}$

但し、manifold-lossは前記今回のサンプリング区間での前記マニホルドに奪われる前記エネルギ損失に等しく、KAは終端縁領域-対-周囲コンダクタンス定数に等しく、Taiは時刻nにおける前記バイアス冷却剤の温度に等しく、KCは試料ブロック-対-冷却剤コンダクタンス定数に等しく、TMは前記マニホルドの熱的質量に等しく、dT/dtは前記予め選択された変化速度に等しい、

<u>によって決定する請求項23から28のうちのいずれか</u> 1項の装置。

【請求項30】 自動化されたポリメラーゼ連鎖反応のための前記装置が、包囲された大気を画成する前記標本ブロックのための外被を含み、前記演算装置が前記今回のサンブリング区間における周囲に奪われるエネルギ損失を、

ambient loss= $K2A(T_{sn}-T_{An})+K$ $2C(T_{sn}-T_{cn})+TM2(dT/dt)$

但し、ambient lossは前記今回のサンプリング区間における前記周囲に奪われる前記エネルギ損失であり、K2Aが終端縁領域-対-周囲コンダクタンス定数に等しく、Tanが時刻nでの環境温度に等しく、K2Cが終端縁領域-対-冷却剤定数に等しく、Tcnが時刻nでの冷却剤温度に等しく、TM2が前記包囲された周囲大気の熱的質量に等しく、dT/dtが前記予め選択された変化速度に等しい、

によって決定する請求項23から29のうちのいずれか 1項に記載の装置。

【請求項31】 前記演算装置が、前記今回のサンプリング区間における前記各個々の領域に加えられる前記実際のエネルギを、

<u>central pwr=pwr*cper</u>

manifold pwr=pwr*mper+man
ifold loss

edge pwr=*eper+ambient lo ss

但し、pwrは前記理論的エネルギに等しく、mani fold lossは前記今回のサンプリング区間における前記マニホルドに対するエネルギ損失に等しく、ambient lossは前記今回のサンプリング区間における前記周囲に対する前記終端の縁領域のエネルギ 損失に等しく、central pwrは前記今回のサンプリング区間における前記中央加熱領域に加えられるエネルギに等しく、manifold pwrは今回のサンプリング区間における前記マニホルド加熱領域に加えられるエネルギに等しく、edge pwrは前記今回のサンプリング区間における前記終端縁加熱領域に加えられるエネルギに等しく、cperは前記中央領域の試料ブロック区域の部分に等しく、mperは前記マニホルド領域の試料ブロック区域の部分に等しく、eperは前記終端縁領域の試料ブロック区域の部分に等しい、

によって決定する請求項11に記載の装置。

 【請求項32】 cperが約0.66に等しく、mperが約0.20に等しく、eperが約0.14に等

 しい請求項31に記載の装置。

【請求項33】 前記試料ブロックが、多数の横断ランプ冷却通路と交互する多数の横断バイアス冷却通路を包含し、前記バイアス及びランプ冷却通路が前記上部表面に平行であり、前記装置がさらに、冷却された冷却剤を前記バイアス冷却通路を通って常時送り出す手段と、冷却された冷却剤を前記ランプ冷却通路を通って選択的に送り出すための前記演算装置によって制御される弁手段とを具備している請求項9に記載の装置。

【請求項34】 前記演算装置が前記ブロックに加えられる理論上の冷却エネルギを決定する請求項33に記載の装置。

【請求項35】 前記演算装置が、

a. 所望の変化速度を得るための前記ブロックに対する 全体の第5のエネルギを決定する手段、

b. 前記今回のサンプリング区間における試料ブロック の前記温度を前記第5のエネルギの関数として決定する 手段、

c. 前記今回のサンプリング区間における前記試料温度 を決定する手段、

d. 温度降下した後の目標試料温度と前記今回のサンプリング区間において形成される前記直前のサンプリング区間における試料温度との間の差の一部分を決定する手段、

e. 前記今回のサンプリング区間における前記一部分を 構成するための前記理論的冷却動力を決定する手段、 とを含む、前記冷却動力を決定する手段を有している請 求項34に記載の装置。

【請求項36】 前記試料ブロックに常時加えられるバイアス冷却作用をさらに含み、前記演算装置が、所望の変化速度を得るための全加熱領域に対する全体の第4のエネルギを、

power=CP/ramp rate+bias但し、powerは所望変化速度を得るための前記プロックに対する前記全エネルギであり、CPは前記プロックの熱的質量に等しく、biasは前記パイアス冷却作

用の冷却エネルギであり、 r a m p r a t e は変化後の目標試料温度と変化開始時における標本温度との間の差を所定の変化率で割ったものである。によって決定する手段を含んでいる請求項35に記載の装置。

【請求項37】 前記演算装置が、前記今回のサンプリング区間における前記部分を構成するための前記理論的冷却動力を、

 $\frac{CP/t_{interval}*(SP-T_{sempn-1})*F}{*tau/t_{interval}+T_{sempn-1}-T_{bn}}$

但し、pwrは前記今回のサンプリング区間における前記部分を構成するため加えられる前記理論的冷却動力に等しく、CPは前記ブロックの熱的質量に等しく、SPは変化後の前記目標試料温度に等しく、Fは傾斜後の前記目標温度と前記標本温度との間の差のうち、今回のサンブリング区間内で変化させるべき温度分である。の関数として決定する請求項36に記載の装置。

【請求項38】 前記計算装置が、前記今回のサンプリング区間における前記マニホルドに奪われるエネルギ損失を、

 $\frac{\text{manifold loss} = \text{KA} (T_{sn} - T_{An}) + \text{K}}{\text{C} (T_{sn} - T_{cn}) + \text{TM} (dT/dt)}$

但し、manifold lossは前記今回のサンプリング区間における前記マニホルドに対する前記エネルギ損失に等しく、KAは端縁領域-対-周囲コンダクタンス定数に等しく、Taiは時間nでの周囲温度に等しく、Tciは時間nでの前記パイアス冷却剤の温度に等しく、KCは試料ブロックー対-冷却剤コンダクタンス定数に等しく、TMは前記マニホルドの熱的質量に等しく、dT/dtは前記予め選択された変化速度に等しい、

により決定する請求項37に記載の装置。

【請求項39】 自動化されたポリメラーゼ連鎖反応を行う前記装置が、包囲された周囲大気を画成する前記標本ブロックのための外被を含み、前記計算装置が、前記流動標本間隔における周囲に対するエネルギ損失を、

 $\frac{ambient}{2C(T_{en}-T_{cn})+TM2(dT/dt)}$

但し、ambient lossは前記今回のサンプリング区間における前記周囲に対する前記エネルギ損失であり、K2Aは終端縁領域-対-周囲コンダクタンス定数に等しく、Taは時刻nでの冷却剤温度に等しく、TM2は前記包囲された周囲大気の熱的質量に等しく、dT/dtは前記予め選択された変化速度に等しい、

によって決定する請求項38に記載の装置。

【請求項40】 前記演算装置が、前記今回のサンプリング区間における前記ブロックを冷却するための前記通路を開放する弁手段を含み、

a. 前記温度変化が下方に向うことを決定する手段と、 b. 前記理論的冷却エネルギから前記マニホルドと前記 周囲とに対するエネルギ損失の値を減じることにより、 中間のエネルギ値を決定する手段と、

c. 冷却ブレークポイントを前記ブロック温度と前記冷却剤の温度との関数として決定する手段と、

d. 前記ランプ冷却通路が前記中間動力と前記冷却ブレ ークポイントとの関数として開放されたかどうかを決定 する手段、

とを具備している請求項39に記載の装置。

【請求項41】 前記冷却ブレークポイントが、前記今回のサンブリング区間における前記ブロック温度と前記今回のサンブリング区間における前記冷却流体の前記温度との間の差の関数である請求項40に記載の装置。

【請求項42】 前記ランプ冷却通路が、前記中間エネルギが前記冷却ブレークポイントより小さいときに開放される請求項41に記載の装置。

【請求項43】 前記ユーザの画定した設定点の関数としての前記加熱及び冷却手段の制御が、プロフィル線として前記プロフィルを描く請求項7に記載の装置。

【請求項44】 前記計算装置が、ユーザが前記プロフィル線を求めることができるようにする手段を具備している請求項43に記載の装置。

【請求項45】 前記入力装置がさらに、前記各プロフィルのためのユーザが画定しだサイクルカウントを受け取る手段を具備し、前記サイクルカウントが、前記プロフィルが求められた時に描く回数の数を構成する請求項44に記載の装置。

【請求項46】 前記演算装置がさらに1つのプロトコルを形成するため多数のプロフィルを任意の順序で連結する手段を具備し、前記プロトコルが、前記描かれるプロフィルの順序を画定し、描かれるプロフィルの前記順序の結果がプロトコルの連続として前記プロトコルを連続して構成する請求項45に記載の装置。

【請求項47】 前記演算装置がさらに、単一のプロトコルにおいて単一のプロフィルを複数回連結する手段を 具備している請求項46に記載の装置。

【請求項48】 前記演算装置がさらに複数のプロトコルを蓄積する手段を具備している請求項46又は47に記載の装置。

【請求項49】 前記演算装置が、複数の前記プロトコルにおける任意の前記プロフィルを包含する手段を具備している請求項46から48のうちの1項に記載の装置

【請求項50】 前記演算装置が、任意のプロトコルに 包含されたプロフィルが消されたり重ね書きされたりしないよう保護する手段を具備している請求項46から4 9のうちの1項に記載の装置。

【請求項51】 前記装置を作動するための電力が前記 プロフィルの前記実行中消失したこと決定する手段をさ らに具備している請求項43に記載の装置。

【請求項52】 前記電力が回復された時前記電力の停

電の長さを報告する手段をさらに具備している請求項5 1 に記載の装置。

【請求項53】 前記電力の回復時に浸漬を自動的に開始する手段をさらに具備し、前記浸漬が、前記試料を保全する機会を最大にするよう選択された温度で行われる請求項51又は52に記載の装置。

【請求項54】 前記試料を保全するための前記温度が 4°Cである請求項53に記載の装置。

【請求項55】 前記サイクルカウントにおけるサイクルからサイクルへの任意の又は全ての設定点の保持時間を自動的に増大させる手段をさらに含んでいる請求項4 5から54のうちの1項に記載の装置。

【請求項56】 サイクルからサイクルへの任意の又は 全ての設定点の保持時間を自動的に増大させる前記手段 の作動が、前記入力装置を介するユーザのレベルオプションとして選択可能である請求項55に記載の装置。

【請求項57】 サイクルからサイクルへの任意の又は全ての設定点の保持時間における前記自動的な増加が前記入力装置を介する最初のユーザの画定した値の入力によるものである請求項55又は56に記載の装置。

【請求項58】 サイクル間に亙る保持時間の前記自動 増加は、前記第1ユーザ規定値に基づいた線形である請 求項57記載の装置。

【請求項59】 サイクル間に亙る保持時間の前記自動 増加は、前記第1ユーザ規定値に基づいた幾何形状であ る請求項57記載の装置。

【請求項60】 前記サイクルカウントにおいてサイク ル間に亙る全設定点の保持時間を自動的に減少させる手段をさらに備えた請求項45~59のいずれか1つに記載の装置。

【請求項61】 サイクル間に亙る全設定点の保持時間を自動的に減少させる前記手段の励起は、前記入力装置を介したユーザ水準の選択として選定可能である請求項60記載の装置。

【請求項62】 サイクル間に亙る全設定点の保持時間の前記自動減少は、前記入力装置を介して入力される第2ユーザ規定値によるものである請求項60又は61記載の装置。

【請求項63】 サイクル間に亙る保持時間の前記自動 減少は、前記第2ユーザ規定値に基づいた線形である請 求項62記載の装置。

【請求項64】 サイクル間に亙る保持時間の前記自動 減少は、前記第2ユーザ規定値に基づいた幾何形状であ る請求項62記載の装置。

【請求項65】 前記サイクルカウントにおいてサイクル間に亙る全設定点の設定点温度を自動的に増加させる手段をさらに備えた請求項45~64のいずれか1つに記載の装置。

【請求項66】 サイクル間に亙る全設定点の設定点温度を自動的に増加させる前記手段の励起は、前記入力装

置を介したユーザ水準の選択として選定可能である請求 項65記載の装置。

【請求項67】 サイクル間に亙る全設定点の設定点温度の前記自動増加は、前記入力装置を介して入力される第3ユーザ規定値によるものである請求項65又は66記載の装置。

【請求項68】 サイクル間に亙る設定点温度の前記自 動増加は、前記第3ユーザ規定値に基づいた線形である 請求項67記載の装置。

【請求項69】 サイクル間に亙る設定点温度の前記自動増加は、前記第3ユーザ規定値に基づいた幾何形状である請求項67記載の装置。

【請求項70】 前記サイクルカウントにおいてサイクル間に亙る全設定点の設定点温度を自動的に減少させる手段をさらに備えた請求項45~69のいずれか1つに記載の装置。

【請求項71】 サイクル間に亙る全設定点の設定点温度を自動的に減少させる前記手段の励起は、前記入力装置を介したユーザ水準の選択として選定可能である請求項70記載の装置。

【請求項72】 サイクル間に亙る全設定点の設定点温度の前記自動減少は、前記入力装置を介して入力される第4ユーザ規定値によるものである請求項70又は71記載の装置。

【請求項73】 サイクル間に亙る設定点温度の前記自動減少は、前記第4ユーザ規定値に基づいた線形である請求項72記載の装置。

【請求項74】 サイクル間に亙る設定点温度の前記自動減少は、前記第4ユーザ規定値に基づいた幾何形状である請求項72記載の装置。

【請求項75】 ユーザ規定時間に対する実行を自動的 に停止するためのプログラミングされた停止選択手段を さらに具備した請求項43~74のいずれか1つに記載 の装置。

【請求項76】 前記停止選択手段は、全設定点が完了 した後、全サイクルの間、及びプロトコルにおける全プロフィールを実行した後に、前記実行を停止する手段を 具備する請求項75記載の装置。

【請求項77】 前記試料温度が前記設定点温度の温度 範囲内にあるときに前記設定点保持時間が始まるよう に、ユーザが前記入力装置を介して該温度範囲を規定す るととを可能にする手段をさらに具備した請求項7~7 6のいずれか1つに記載の装置。

【請求項78】 管形式及び反応量を受取る入力装置を さらに具備し、前記コンピュータが、前記反応管に対す る前記熱時間定数を前記管形式及び前記反応量の関数と して決定する請求項2記載の装置。

【請求項79】 前記加熱手段の診断チェックを遂行する手段をさらに具備した請求項10記載の装置。

【請求項80】 前記チェックは、1回又は複数回の、

ヒータ音テスト、ブロック熱容量テスト、傾斜冷却伝導 テスト、センサ遅れテストを含む請求項79記載の装 置。

【請求項81】 前記冷却手段の診断チェックを遂行する手段をさらに備えた請求項33記載の装置。

【請求項82】 前記チェックは、1回又は複数回の、制御冷却伝導テスト、ブロック熱容量テスト、冷却装置テスト、傾斜冷却伝導テスト、センサ遅れテスト、冷却 利容量テストを含む請求項81記載の装置。

【請求項83】 ユーザの要求に応じて及び/又はシステムの開始時に自動的に、ハードウェア診断を遂行する手段をさらに備えた請求項1記載の装置。

【請求項84】 前記ハードウェア診断は、プログラマブルな周辺インタフェース装置、バッテリーRAM装置、バッテリーRAM検査合計、EPROM装置、プログラマブルなインタフェースタイマ装置、クロック/カレンダ装置、ブログラマブルな割込み制御装置、アナログ/デジタル変換部、RS-232部、ディスプレイ部、キーボード、ビーパ、傾斜冷却値、EPROMミスマッチ、ファームウェアバージョンレベル、バッテリーRAM検査合計及び初期化、自動開始プログラムフラグ、クリア較正フラグ、被熱カバーヒータ及び制御回路、エッジヒータ及び制御回路、多岐管ヒータ及び制御回路、中央ヒータ及び制御回路、試料ブロック熱遮断、被熱カバー熱遮断、の各々の1回又は複数回のテストを含む請求項55記載の装置。

【請求項85】 アナログ回路におけるドリフトを示す ための温度センサ読取り調整手段をさらに備えた請求項 43記載の装置。

【請求項86】 アナログ回路におけるドリフトを示す ための前記温度センサ読取り調整手段は、a)制御状態 下での1回又は複数回のテスト電圧の計測、

b) 電子ドリフトを計測するための各実行の開始時における前記電圧の読取り、によって前記ドリフトを決定する請求項85記載の装置。

【請求項87】 前記コンピュータは、実行中に、ブロフィールの実行での残時間、及び/又は実行ブロトコルで実行すべき全ての残プロフィール、の概算量を表示する手段を具備する請求項46記載の装置。

【請求項88】 前記コンピュータは、実行中に全ての 所与の時間における試料温度を表示する手段を具備する 請求項43~50記載の装置。

【請求項89】 所与の設定点に対し、前記設定点保持時間の終わりでの前記試料温度と、前記設定点の前記設定点試料温度との間の第1の差を決定する手段をさらに具備した請求項7記載の装置。

【請求項90】 前記入力装置は、ユーザ規定温度差を 受取る手段をさらに具備する請求項89記載の装置。

【請求項91】 前記コンピュータは、前記ユーザ規定 温度差が前記第1の差より大きい場合にエラーを報告す る手段をさらに具備する請求項90記載の装置。

【請求項92】 全てのアイドル状態の間に本装置が帰還する温度を形成する手段をさらに具備した請求項7記載の装置。

【請求項93】 前記設定点試料温度が所定時間内に到達したことをチェックする手段をさらに具備した請求項7記載の装置。

【請求項94】 前記自動修正された設定点試料温度が100° Cを越えていないこと及び/又は0° C以下になっていないことをチェックする手段をさらに具備した請求項65~74のいずれか1つに記載の装置。

【請求項95】 前記自動修正された設定点保持時間が 負でないことをチェックする手段をさらに具備した請求 項55~74のいずれか1つに記載の装置。

【請求項96】 前記ブロックセンサを継続的に監視 し、かつ、前記センサ読取りが所定度数及び所定時数に よって前記ブロックに対する最高所望温度を越える場合 に、放棄手順を励起する手段をさらに具備した請求項1 記載の装置。

【請求項97】 前記放棄手順は、1回又は複数回の、 実行プロフィールの放棄、履歴ファイル内のエラーのフ ラグ付け、ユーザへの警告メッセージの表示、前記ヒー タの無力化を含む請求項96記載の装置。

【請求項98】 前記システムに記憶された情報を印刷 する手段をさらに具備した請求項43~50のいずれか 1つに記載の装置。

【請求項99】 前記情報は、ブロフィールの内容、ブロトコルの内容、生成されたプロフィールの記載、生成されたプロトコルの記載、構成パラメタ、システム較正パラメタの、少なくとも1つを含む請求項98記載の装置。

【請求項100】 利用可能な全てのユーザインターフェイス機能を間接的に遂行する能力をさらに備えた請求項1~99のいずれか1つに記載の装置。

【請求項101】 前記コンピュータは、書込まれたマニュアルのユーザ依存を低減するためにユーザインターフェイスによって駆動されるメニューを表示する手段を具備する請求項1~99のいずれか1つに記載の装置。 【請求項102】 前記コンピュータは、保全チェック及びエラー分析のための前実行の明細を包含する迅速な該前実行の履歴ファイルを維持する請求項43~50のいずれか1つに記載の装置。

【請求項103】 既知量の液体試料混合物を収容した少なくとも1つの試料管内におけるポリメラーゼ連鎖反応の、コンピュータ、前記少なくとも1つの試料管用の少なくとも1つのウェルを備えた試料ブロック、該試料ブロックへ熱的に連結されるブロック温度センサ、及び前記試料ブロックの温度を変化させるために前記コンピュータによって制御される加熱及び冷却手段、を備えたコンピュータ制御式熱循環装置による自動遂行を、コン

- ビュータ制御するための方法であって、
- 前記コンピュータによる、
- a) 所定の時刻における前記試料ブロックの温度を読む ステップ、
- b) 所定時間に亙る前記試料ブロックの温度の関数とし て前記液体試料混合物の温度を決定するステップ、及 び
- c) 前記液体試料混合物の温度の関数として前記加熱及 び冷却手段を制御するステップ、の各ステップを含む方 法。
- 【請求項104】 前記液体試料の温度を決定する前記 ステップが以下の各ステップを具備する請求項103記 載の方法。
- (i)前記少なくとも1つの試料管に対する第1の熱時間定数及び前記液体試料混合物の量を決定するステップ、
- (ii) 前記ブロック温度センサに対する第2の熱時間定数を決定するステップ、及び、
- (iii)現在時刻nでの現在試料インターバルにおける試料温度を、式、T, see, n = T, see, n-1 + (T, n T) * t (nterve) / tau、に従って決定するステップ。
- ただし、 $T_{sase,n}$ は時刻nでの試料温度、 $T_{sase,n-1}$ は時刻n-1で発生した直前試料インターバルでの試料温度、 $T_{sase,n-1}$ は時刻nでのブロック温度、 $t_{sase,n-1}$ は各試料インターバル間の時間(秒)、tauは前記第1の熱時間定数から前記第2の熱時間定数を引いた差、をそれぞれ示す。
- 【請求項105】 請求項103の方法において、前記サンブルブロックは、前記少くとも一つのウエルを備えた中心部と、雰囲気と熱接触下にある端縁領域と、少くとも一つのマニホルドに熱的に連結されたマニホルド領域とを含み、前記加熱手段は前記各領域のためのゾーンを有し、更に、前記加熱手段を制御するための段階は、(iV) パワー損失を考慮しないで現在時刻nにおいて現在のサンブル区間で前記ブロックに印加すべき全パワーを代表する第2パワー理論値を決定する段階と、
- (v) 第2パワー理論値を、前記加熱領域の各々に印加 すべきパワー理論値に分割する段階と、
- (vi) 現在のサンブル区間における前記領域によるバワー損失を決定する段階と、
- (vii) 前記各ゾーンによるパワー損失を考慮した、現在のサンブル区間における前記ゾーンの各々のため第3パワー現実値を決定する段階、とから成ることを特徴とする方法。
- 【請求項106】 請求項105の方法において、前記の熱サイクルに加えてサンブルブロックに絶えず冷却を付与し、前記コンピュータ制御冷却手段は、前記サンブルブロックに冷却液体を選択的に送るための選択的操作可能なランプ冷却手段を具備し、更に、前記選択操作可

- 能冷却手段の制御段階は、
- (viii)サンプルの温度ランプ方向が下向きであることを 決定する段階と、
- (ix) 前記冷却液体の温度を決定する段階と、
- (x) パワー損失を考慮することなく現在のサンブル区間における前記ブロックに加える全冷却パワーを決定する段階と、
- (xi) 前記少くとも一つのマニホルドに対する熱損失及 び前記全冷却パワーから環境への熱パワー損失を差し引 くことによって中間冷却パワーを決定する段階と、
- (xii) ブロック温度と現在のサンブル区間での冷却流体 の温度との差の関数としての冷却限界点を決定する段階 と、
- (xiii)中間冷却パワーと冷却限界点との差の関数として 前記ランプ冷却手段を選択的に作動する段階とから成る 方法。
- 【請求項107】 ポリメラーゼ連鎖反応の自動遂行に 適した熱サイクル装置であって、
- (a) 主要上面と主要下面とを有した金属ブロックと、
- (b) 前記主要上面内に形成される離間して配列されるサンブルウェルと、
- (c) 温度が35°から100°Cである場合は外部熱が加わらない限りは少なくとも約0.1°C/秒の割合でブロックをして均一な冷却を行わしめるのに充分な割合でサンプルブロックに絶えず印加されるバイアス冷却と、
- (d) 前記パイアス冷却より急速にブロックの温度を均等に高めるペくコンピュータシステムに応動するコンピュータ制御加熱手段とを具備し、熱サイクル装置は、サンブルウェルの配列を、コンピュータの制御の下で±約0.5°Cの公差帯内で35°から100°Cの範囲で一定にインジェクタするようにした熱サイクル装置。
- 【請求項108】 請求項107の熱サイクル装置において、前記サンブルウエル配列は複数列の離間サンブルウエルより成る矩形配列である装置。
- 【請求項109】 請求項108の熱サイクル装置において、前記配列は、産業標準のマイクロタイタブレート 形式とコンパチブルな中心間サンブルウエル間隔を持つ 8×12の矩形配列よりなる装置。
- 【請求項110】 請求項109の熱サイクル装置において、前記サンプルブロックは500から600ワット -秒/° Cのブロック熱容量を持っている装置。
- 【請求項111】 請求項108の熱サイクル装置において、前記サンプルブロックはブロックを通して前記上面と平行にかつウエル列と平行にかつウエル列から離間して多数横方向バイアス冷却チャンネルを具備し、かつ前記バイアス冷却は前記バイアス冷却チャンネルを通して冷却液体を圧送することにより付与される装置。
- 【請求項112】 請求項111の熱サイクル装置において、前記バイアス冷却チャンネルは絶縁されている装

置。

【請求項113】 請求項107の熱サイクル装置において、前記コンピュータ制御加熱手段はブロックのための多数の、独立制御可能な加熱ゾーンを具備し、ブロックの前記部分のための少くとも一つの第1のゾーンはサンブルウエルの配列と、該配列の外側のブロックの周辺部のための少くとも一つの第2のゾーンとを具備する装置。

【請求項114】 請求項113の熱サイクル装置において、コンピュータ制御可能加熱手段は前記主要面と熱接触下になる多数ゾーンヒータより成る装置。

【請求項115】 請求項107の熱サイクル装置にもいて、前記サンブルブロックはその周囲に前記配列を具備するブロック部分に類似した熱特性を持つ防護バンドを備え、該防護バンドはバイアス冷却を受け、かつ制御可能に加熱される装置。

【請求項116】 請求項115の熱サイクル装置において、前記防護帯は前記配列の回りを実質的に延びている上部面に形成される溝を具備し、前記配列を具備するブロック部と防護バンドとの間の熱伝導度を減少している装置。

【請求項117】 請求項115の熱サイクル装置において、前記コンピュータ制御可能加熱手段は、前記ブロックのための多数のコンピュータ制御式の加熱ゾーンと、サンブルウエルの配列を含むブロックの部分のための少くとも一つの第1ゾーンと、防護バンドのための少くとも一つの第2ゾーンとを具備する装置。

【請求項118】 請求項117の熱サイクル装置において、前記コンピュータ制御可能加熱手段は前記主要底面と熱接触下にある多数ゾーンフィルムヒータよりなる装置。

【請求項119】 請求項107の熱サイクル装置において、100° Cから少くとも約4° C毎秒の速度で、また40° Cから少くとも2° C毎秒の温度で前記ブロックの温度を下降することができるコンピュータ制御ランプ冷却手段を更に具備する装置。

【請求項120】 請求項119の熱サイクル装置において、前記配列は列状に離間したサンブルウエルよりなる矩形配列をなし、かつ前記サンブルブロックは前記多数横方向ランプ冷却チャンネルと交互に配置される多数の横方向バイアス冷却チャンネルとを具備し、更に、前記バイアス冷却及びランプ冷却の付与は前記ランプ冷却チャンネル及びバイアス冷却チャンネルを通して冷却液体を、圧送することによって行われる装置。

【請求項121】 請求項120の熱サイクル装置において、冷却液体を継続するランプ冷却チャンネルの対向端に輸送する手段を更に具備する装置。

【請求項122】 請求項119の熱サイクル装置において、コンピュータ制御加熱装置はランブ加熱することができる装置。

【請求項123】 請求項122の熱サイクル装置において、前記制御可能加熱はブロックのための多数の独立に制御可能な加熱ゾーンと、サンブルウエル配列を含むブロックの部分のための少くとも一つのゾーンと、配列の外側のブロックの部分のための少くとも一つの第2のゾーンとを具備する装置。

【請求項124】 請求項123の熱サイクル装置において、前記コンピュータ制御可能加熱手段は前記主要底面と熱接触下にある多数ゾーンのフィルムヒータより成る装置。

【請求項125】 請求項107の熱サイクル装置において、チューブの表面とウエルの表面との間で面一に嵌合するべく、各サンブルチューブ上に着座力を加えつつ、非同一の高さの配列サンブルチューブ内においてウエルに着座させる手段を更に具備した装置。

【請求項126】 請求項125の熱サイクル装置にもいて、着座手段は前記サンブルチューブのための変形可能で柔軟で気密性のキャップと、垂直方向に変位可能なブラテンと、各チューブについて前記着座力を維持するべく前記ブラテンを強制的に下降せしめるための制御手段とからなる装置。

【請求項127】 請求項126の熱サイクル装置において、前記プラテンは94~110° Cの範囲の加熱温度に維持される装置。

【請求項128】 請求項127の熱サイクル装置において、前記プラテンは100~110° Cの範囲の温度に維持される装置。

【請求項129】 請求項107から128のいずれか の熱サイクル装置において、前記加熱手段を制御するコ ンピュータシステムを更に具備した装置。

【請求項130】 請求項119から124のいずれかの熱サイクル装置において、前記コンピュータシステムは前記ランプ冷却手段を制御する装置。

【請求項131】 ポリメラーゼ連鎖反応の自動かつ迅 速性を得るための熱サイクル装置であって、

(a) 主要上面と主要底面とを有した低質量の熱的に均質な金属サンプルブロックを具備し、、該サンプルブロックは、その上面の中心領域に、産業標準のマイクロタイタブレートフォーマットとコンパチブルな中心間隔の8×12の矩形配列のサンブルウエルを具備し、前記ブロックは配列を包囲する周囲領域を具備し、前記周囲領域は中心領域の熱特性と類似した熱特性の防護パンドを有しており、

(c) 複数の反応サイクルを規定する時間及び温度に関するユーザデータを受容しかつ格納するコンピュータシステムと、

18

(d) 100° Cからは少くとも約4° C毎秒の、40° Cからは少くとも約2° Cのランプ冷却速度でサンブルブロックを選択的に冷却せしめるためコンピュータシステムによって制御されるランプ冷却システムと、

(e) ブロックの中心ゾーンのための加熱ゾーンと、防護バンドのための加熱ゾーンとを具備しコンピュータシステムによって制御される多数ゾーン加熱システムとを具備し、該加熱システムは35~100°Cの範囲における一定温度にとサンブルブロックを維持するのに必要な熱を発生することができ、かつブロックに対してランプ冷却を付与することができ、

(f)前記ブロックの上方を垂直に変位可能な加圧カバーと、

(g) 前記カバーを上昇しかつカバーを下降し、少くとも約3000グラムの抵抗力に対して垂直一を維持するカバー変位手段とを具備し、熱サイクル装置は±0.5° Cの公差巾で35~100° Cの範囲の一定温度にサンブルウエル配列を維持することができる装置。

【請求項132】 請求項131の熱サイクル装置において、前記加圧カバーは94から110°Cの範囲の温度に維持することができる加熱プラテンを具備する装置。

【請求項133】 請求項131の熱サイクル装置において、前記多数ゾーン加熱システムはサンブルブロックの底面と熱接触下にあるフィルムヒータより成る装置。 【請求項134】 請求項133の熱サイクル装置において、前記バイアス冷却システムは、ブロックを介して前記上面と平行でかつウエル列と平行にかつウエル列から離間した一連のバイアス冷却チャンネルと、前記バイアス冷却チャンネルを通して冷却液体を圧送するポンプ手段とからなる装置。

【請求項135】 請求項134の熱サイクル装置において、前記ランプ冷却システムは、ブロックを介してバイアス冷却チャンネルに平行でかつ該バイアス冷却チャンネルから離間すると共にウエル列から離間した一連のランプ冷却チャンネルと、前記ランプ冷却チャンネルを通して冷却液体を圧送し、継続するランプ冷却チャンネルの対向端に流入せしめるポンプ手段とからなる装置。【請求項136】 前記各試料ウェルの近傍に1つのバイアス経路と、1つのランプ冷却経路とを備えた請求項135に記載の熱サイクル装置。

【請求項137】 予め選定されたデザインのマイクロタイター試料管を96本まで緩く保持するための、2つの部分から成るプラスティック製の保持手段と、該保持手段内に96本までのマイクロタイター試料管とを具備し、

前記各マイクロタイター試料管は、その頂部において開口した円筒形状の上部部材と、閉鎖され、先端が細くなり、そこから下方に延設された下部部材とを有しており、そして前記各マイクロタイター試料管は、円形の断

面形状しており、そして円周の肩部を有しており、該肩 部は、前記上部部材の開口端部の下方位置において、前 記上部部材から延設されており、

前記2つ部分から成るプラスティック製の保持手段は、 一体的なトレー部材と、前記トレーに全ての試料管を留 める、前記トレーの内側に係合、解除可能な一体的な保 持具(リテーナ)とを具備し、

前記一体的なトレー部材は、工業規格のマイクロタイターブレートの形式と互換性がある8行12列の配列の96の穴部を備えた平坦な、水平なブレート部材を具備し、前記穴部の直径は、前記管の上部部材の外径よりも僅かに大きく、そして前記肩部の外径よりも小さくなっており、

前記一体的なトレー部材は、更に、前記プレートの周囲 を完全に包囲し、前記穴部内に配置された管の高さより も高く上方に延設された、鉛直方向の第1トレー側壁部 材と、

前記ブレートの周囲を完全に包囲し、前記穴部内に配置 された管の上部部材のほぼ底部まで、下方に延設された 鉛直方向の第2トレー側壁部材とを具備し、

前記一体的な保持具は、工業規格のマイクロタイタープレートの形式と互換性がある8行12列の配列の96の 穴部を備えた平坦な、水平なプレート部材を具備し、前 記穴部の直径は、前記管の上部部材の外径よりも僅かに 大きく、そして前記肩部の外径よりも小さくなっており、

更に前記一体的な保持具は、前記保持具プレート部材の 周囲を包囲し、該プレートから上方に延設された鉛直方 向の保持具側壁部材を具備しており、

前記保持具は、前記トレーの内側に係合し、前記保持具プレート部材は、該トレー内に備えられた管の肩部から僅かに上方に配置されており、前記トレー側壁部材は、前記保持具側壁部材とほぼ同じ高さと成っており、以て該トレー内に備えられた前記管は、鉛直方向、水平方向の両方向に緩く保持され、そして前記試料ウェル内に下方に延設されており、

前記96本までの各マイクロタイター試料管は、それに備えられた気密シールを形成するための、変形自在のキャップに係合し、そして前記各キャップは、前記試料管が、前記2つの部分から成るブラスティック製の保持器内、そして前記試料ウェル内に着座するとき、前記2つの部分から成るブラスティック製の保持器の最上端部より僅かに上方に突起する請求項131に記載の熱サイクル装置。

【請求項138】 前記カバーの下方への押し出しは、 前記2つの部分から成るブラスティック製の保持器の最上端部により停止されるまで、前記キャップの頂部を変形する請求項137に記載の熱サイクル装置。

【請求項139】 前記2つの部分から成るプラスティック製の保持器の最上端部は、前記端部の全周に渡って

前記カバーに接触し、以て気密シールを形成する請求項 138に記載の熱サイクル装置。

【請求項140】 ガードバンドのための少なくとも2つの加熱領域を具備する請求項131に記載の熱サイクル装置。

【請求項141】 予め選定されたデザインのマイクロタイターサプリング管を96本まで綴く保持するための、2つの部分より成る保持器において、

前記各マイクロタイター試料管は、その頂部において開口した円筒形状の上部部材と、閉鎖され、先端が細くなり、そとから下方に延設された下部部材とを有してもり、そして前記各マイクロタイター試料管は、円形の断面形状しており、そして円周の肩部を有しており、該周部は、前記上部部材の開口端部の下方位置において、前記上部部材から延設されており、

該保持器は、一体的なトレー部材と、前記トレーに全て の試料管を留める前記トレーの内側に係合、解除可能な 一体的な保持具(リテーナ)とを具備し、

前記一体的なトレー部材は、工業規格のマイクロタイターブレートの形式と互換性がある8行12列の配列の96の穴部を備えた平坦な、水平なブレート部材を具備し、前記穴部の直径は、前記管の上部部材の外径よりも僅かに大きく、そして前記肩部の外径よりも小さくなっており、

前記一体的なトレー部材は、更に、前記プレートの周囲 を完全に包囲し、前記穴部内に配置された管の高さより も高く上方に延設された、鉛直方向の第1トレー側壁部 材と、

前記プレートの周囲を完全に包囲し、前記穴部内に配置 された管の上部部材のほぼ底部まで、下方に延設された 鉛直方向の第2トレー側壁部材とを具備し、

前記一体的な保持具は、工業規格のマイクロタイターブレートの形式と互換性がある8行12列の配列の96の穴部を備えた平坦な、水平なブレート部材を具備し、前記穴部の直径は、前記管の上部部材の外径よりも僅かに大きく、そして前記肩部の外径よりも小さくなっており、

更に前記一体的な保持具は、前記保持具プレート部材の 周囲を包囲し、該プレートから上方に延設された鉛直方 向の保持具側壁部材を具備しており、

前記保持具は、前記トレーの内側に係合し、前記保持具プレート部材は、該トレー内に備えられた管の肩部から僅かに上方に配置されており、前記トレー側壁部材は、前記保持具側壁部材とほぼ同じ高さと成っており、以て該トレー内に備えられた前記管を、鉛直方向、水平方向の両方向に緩く保持する2つの部分から成るプラスティック製の保持器。

【請求項142】 前記トレー部材内の前記穴部は、円 錐上に形成され、そして前記管の肩部の下側は、前期穴 部の形状に合致する傾斜部を有する請求項141に記載 の装置。

【請求項143】 前記トレープレート部材、及び前記保持具プレート部材の穴部は、前記管の直径よりも0.7mm大きく成っている請求項142に記載の装置。 【請求項144】 前記トレー部材は、更に同トレープレート部材の下側に沿って、前記穴部の列の間に複数の支持リブを具備し、該リブは、下方に前記鉛直方向の第2側壁部材と同じ領域に延設されている請求項141に記載の装置。

【請求項145】 前記トレー部材は、更に同トレーブレート部材の周囲の少なくとも一部に延設され、同部材から鉛直方向に垂設されたスカート部材を具備し、該スカート部材は、熱サイクル用試料ブロック内のガードバンド溝内に嵌め込むように成っている請求項141に記載の装置。

【請求項146】 前記トレープレート部材は、そとに備えられた少なくとも2つの開口部を有し、そして前記保持具プレート部材は、該保持具プレート部材から下方に延設された、同じ数の鉛直方向の管を有しており、前記保持具が前記トレーと組み立てられるときに、前記管が、前記開口部を貫通し、そして前記トレーと緩く係合するように成っている請求項141に記載の装置。

【請求項147】 前記管は、前記トレープレート部材の周囲の少なくとも一部に延設され、同部材から鉛直方向に垂設されたスカート部材の部分を形成するように配置されており、そしてそこで該管は、熱サイクル用試料ブロック内のガードバンド溝内に嵌め込むように成っている請求項146に記載の装置。

【請求項148】 前記開口部と前記管は、夫々係合する際、前記保持具と、前記トレーが相互に只1つの方向を取れるように配置されている請求項147に記載の装置。

【請求項149】 前記管は、前記開口部に位置決めして挿入するために、横方向に偏向可能となっている請求項146に記載の装置。

【請求項150】 更に、前記保持具に前記マイクロタイター試料管を96本まで具備している請求項141に記載の装置。

【請求項151】 更に、前記管に前記変形可能なキャップを96個まで具備し、その上に気密シールを形成する請求項150に記載の装置。

【請求項152】 前記各キャップは、前記各管と共に 気密シールを形成するための、下方に垂設された円筒形 のフランジと、前記フランジから外方に延設された、周 囲を囲う肩部とを有しており、前記肩部は、前記フラン ジが所定の位置の下側の前記管に着座することを防止す る請求項151に記載の装置。

【請求項153】 前記下方に垂設された外周部は滑合 し、前記管の内周に気密シールを形成する請求項152 に記載の装置。 【請求項154】 12個の前記キャップから成るグループは相互に連結しており、12個の前記管の気密シールを形成するように適切に離隔した1条のストランドを形成している請求項151に記載の装置。

【請求項155】 更に、8行12列の矩形配列に配置 された96個のウェエルを有したプラスティック製の基 盤を具備し、

前記ウェルは、前記96本の試料管の下部部材を正しく 受承するような大きさと成っており、前記基盤は、前記トレー、前記保持具、及び前記96本の管と組み立て可能に成っており、工業規格のマイクロタイタープレートのフットプリントを有する、マイクロタイタープレートを形成する請求項141に記載の装置。

【請求項156】 前記キャップは前記鉛直方向の第1 トレー側壁部材の上方に突起するが、然しながら該部材 の高まで下方に変形可能と成っている請求項151に記 載の装置。

【請求項157】 前記キャップは熱、及び鉛直下方の 作用力により変形可能となっている請求項156に記載 の装置。

【請求項158】 前記キャップは、弾性的に変形可能 となっている請求項156に記載の装置。

【請求項159】 相互に離隔して配列されたウェルを有する金属製の試料ブロックを具備し、前記各ウェルは、内面を有し、そしてキャップされた1つ、或いはそれ以上の試料管を備えられており、前記試料管は、最上端部を有するマイクロタイターブレート内に配置された試料混合物を内包し、そして前記プレートは、前記試料ブロックに着座された、ポリメラーゼ連鎖反応を実施するのに適した熱サイクル装置において、

前記キャップされた試料管を囲うためのカバーであっ て、

平坦で水平方向の矩形部分と、

下方に突起しそしてその周囲に沿ったスカート部分と、 少なくとも前記水平方向のプレートの下側に加熱装置と を具備し、

該カバーに熱が加えられ、そして下向きの力が作用する ととにより、前記試料管のキャップが変形するとき、該 カバーは、前記試料ブロックに接触し、そして前記マイ クロタイター管と、前記試料ブロック上の前記試料管を 囲うような大きさと成っているカバー。

【請求項160】 前記側面部分は、前記カバーが、前記マイクロタイタープレートを囲う際、前記カバーの下側が、前記プレートの最上端部に接触するのと同時に、前記スカート部分が、前記試料ブロックに接触するような大きさとなっている請求項159に記載のカバー。

【請求項161】 前記下向きの作用力は、前記各試料管の下部と、前記部分を含んで成る前記ウェルの内面とのしっかりとした接触を確保するのに充分となっている請求項160に記載のカバー。

【請求項162】 前記カバーをある高さから、他の高さに可動させるためのノブと、ネジ手段とを具備し、前記ノブと、ネジ手段は、前記カバーが前記最上端部に接触する高さに対応する、前記ノブの位置を指示する指示手段を具備している請求項159に記載のカバー。 【請求項163】 前記キャップと、前記前記試料管の前記試料ウェルの上方に位置する部分を加熱し、前記1本、或いはそれ以上の管内の前記試料混合物からの蒸気の凝縮点よりも高い温度とするための加熱手段を具備している請求項159に記載のカバー。

【請求項164】 試料混合物を内包した、少なくとも 1本のプラスティック製の試料管が着座する、ポリメラ ーゼ連鎖反応を実施するのに適した熱サイクル装置にお いて、

前記少なくとも1本の試料管と前記試料ウェルとを、密 着接触させるようにする加熱されたカバーを有する改良 構造。

【請求項165】 略円錐形状をした第1壁部分と、略 円柱形状をした第2壁部分とを具備し、

前記第1壁部分は、その全外面に渡って熱交換器の対応 する形状部分に接触するように成っており、前記第1壁 部分は、壁部の断面において実質的に前記第2壁部分よ りも薄く成っている使い捨ての反応容器。

【請求項166】 前記円筒形状の第2壁部分が係合する際、気密シールを形成するキャップを受承するように成っている請求項165に記載の反応容器。

【請求項167】 前記反応容器を貫通する長手方向の 軸線と、略円錐形状の前記第1壁部分とにより画定され る角度が、約17 と成っている請求項165に記載の 反応容器。

【請求項168】前記第1壁部分は、壁部の断面にもいて、約0.23mm(0.009inch)から約0.30mm(0.012inch)となっている請求項167に記載の反応容器。

【請求項169】 前記第2壁部分は、壁部の断面にもいて約0.30mm(0.012inch)となっている請求項168に記載の反応容器。

【請求項170】 オートクレーブ処理可能なプラスティックにより製造された請求項165に記載の反応容 器。

【請求項171】 ポリプロピレンにより製造された請求項170に記載の反応容器。

【請求項172】 前記反応容器にウェブにより結合 し、そして前記第2壁部分の上部の気密シールを形成可 能なキャップを具備している請求項165に記載の反応 容器。

【請求項173】 前記キャップが前記第2壁部分の上部の頂上に配置されるとき、該キャップを変形させる下向きの作用力に耐える充分な強度を有している請求項172に記載の反応容器。

10.0

【請求項174】 前記第2壁部分の外側から外方に延設された、環状のフランジを具備している請求項165 に記載の反応容器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポリメラーゼ連鎖反応 (以後PCRという)を実施するためのコンピュータ制 御の機器の分野に関する。より詳しくは、本発明は、多 数の試料についてポリメラーゼ連鎖反応を同時に実施し て、各試料についての結果を非常に高い精度で得ること ができる自動化機器に関する。この高い精度は、なかで も、いわゆる「定量的PCR」を実施する可能性を提供 する。

[0002]

【従来の技術】PCRプロセスを使用してDNA(デオ キシリボース核酸)を増幅するために、特別に構成した 液状反応混合物を、いくつかの異なる温度のインキュベ ーション期間を含むPCRプロトコルを通してサイクル することが必要である。反応混合物は種々の成分、例え は、増幅すべきDNAおよび少なくとも2つのプライマ ーから構成され、前記プライマーは増幅すべきDNAの 伸長産生物をつくるととができるように、試料のDNA に対し十分に相補的であるように所定の方法で選択され る。反応混合物は、種々の酵素および/または他の試 薬、ならびにいくつかのデオキシリボヌクレオシドトリ ホスフェート、例えば、dATP, dCTP, dGTP およびdTTPを包含する。一般に、プライマーはオリ ゴヌクレオチドであり、核酸の鎖に対し相補的であるプ ライマーの伸長産生物の合成を誘発する条件下に、すな わち、ヌクレオチドおよび誘発因子、例えば、熱安定性 DNAポリメラーゼの存在下に適当な温度およびpHにお いて、配置したとき、合成の開始点として作用すること ができる。

【0003】ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、主と して非常に簡単でありそして要求される設備のコストが 比較的低いので、遺伝的分析に現象的に有望な技術であ ることが証明されている。PCRに対して重要なこと は、サーモサイクリングの概念である。すなわち、DN Aを溶融し、短いプライマーを一本鎖が得られるようア ニーリングし、そしてそれらのプライマーを伸長して二 本鎖のDNAの新しいコピーをつくるという交互にする 工程である。サーモサイクリングにおいて、PCR混合 物はDNAを溶融するための高い温度 (>90℃) か ら、ブライマーのアニーリングおよび伸長のためのより 低い温度(40℃~70℃)に反復してサイクリングさ れる。PCRにおいて要求されるサーモサイクリングを 実施するための最初の商業的システムであるパーキンー エルマー・シータス・DNA・サーマル・サイクラー (Perkin-Elmer Cetus DNA Thermal Cycler) は、19 87年に導入された。

【0004】PCRのための応用は、現在、基本的な研究から、多数の同様な増幅工程を日常的に実施する応用へと動きつつある。これらの応用範囲は、診断の研究、生物製剤学的開発、遺伝子の分析、および環境的試験を包含する。これらの応用範囲におけるユーザは、高い処理量、迅速な回転時間、およひ再現性ある結果を提供する高性能のPCRシステムから利益を受けるであろう。また、これらの応用範囲におけるユーザは、試料対試料、実験対実験、実験室対実験室、および計器対計器からの再現性を保証されるにちがいない。

【0005】例えば、ヒトのゲノムのプロジェクトにおける物理学的マッピングのプロセスは、配列標的部位(STS)を利用することによって、大きく簡素化することができる。STSは、PCRにより容易に増幅され、そして染色体上の位置を同定する短くかつ独特な配列である。このような部位を検査してゲノムの地図を作ることは、世界中を通じて再現性をもって実施することができるプロトコルを使用して、短い時間で、多数の試料を増幅することを必要とする。

【0006】PCRの試料の数が増加するにつれて、増幅工程を試料の調製および増幅後の分析と統合することがいっそう重要となる。試料の容器は急速なサーマルサイクリングを可能とするばかりでなく、かつまた溶媒抽出および遠心分離等の操作のための自動化された取り扱いを可能としなくてはならない。容器は絶えず小さい体積で働いて、試薬のコストを減少する。

【0007】一般に、PCRのサーマルサイクリングは異なる温度における少なくとも2回のインキュベーションを含む。これらのインキュベーションの一方は、ブライマーの雑種形成および触媒されたブライマーの伸長反応用のものである。他方のインキュベーションは変性、すなわち、二本鎖の伸長産生物を次の雑種形成および伸長インキュベーション間隔において使用するための、一本鎖の型に分離するためのものである。PCRの詳細、PCRに必要な温度サイクルおよび反応条件、ならびにこの反応の実施に必要な種々の試薬おび酵素は、米国特許第4.683、202号、米国特許第4.683、195号、EPO公報258、017号および4.889、818号(Tagポリメラーゼ酵素の特許)およびすべての他のPCRの特許(出願人、シータス・コーポレーション)に記載されている。

【0008】PCRの目的は、最初に供給した小さい体積の「種子」DNAと同一の、DNAを大きい体積で調製することである。この反応は、DNAの鎖をコピーし、次いで引き続くサイクルにおいてコピーを使用して他のコピーを発生することを包含する。理想的な条件下に、各サイクルは存在するDNAの量を2倍にし、これにより幾何学的進行において、反応混合物の中に存在する体積の「標的」または「種子」のDNAの鎖のコピーを生ずる。

【0009】典型的なPCRの温度サイクルにおいて、反応混合物を各インキュベーション温度に規定した時間の間正確に保持すること、および同一のサイクルまたは同様なサイクルを多数回反復することが必要である。典型的なPCRプログラムを94℃の試料温度で開始して30秒間保持して、反応混合物を変性する。次いで、反応混合物の温度を37℃に下げ、そして1分間保持してプライマーを雑種形成させる。次に、反応混合物の温度を50℃~72℃の範囲の温度に上げ、ことでそれを2分間保持して伸長産生物の合成を促進する。これは1サイクルを完結する。次いで、前のサイクルにおいて形成する伸長産生物の鎖の分離のために、反応混合物の温度を94℃に上げることによって、次のPCRサイクルを開始する(変性)。典型的には、サイクルは25~30回反復する。

【0010】一般に、試料温度をサイクルにおいて、いくつかの理由で出来るだけ次の温度に迅速に変化することが望ましい。第1に、化学的反応はその段階の各々について最適な温度を有する。したがって、最適でない温度における消費時間が少ないことは、よりよい化学的結果が達成されることを意味する。他の理由は、各インキュベーション温度に到達後、各インキュベーション温度に反応混合物を保持する時間を最小することが必要であるということである。これらの最小のインキュベーション時間は、サイクルの完結に要する「床」または最小時間を確立する。試料のインキュベーション時間の間の遷移時間は、この最小サイクル時間に付加される時間である。サイクルの数はかなり大きいので、この追加の時間は増幅の完結に要する合計の時間を不必要に長くする。【0011】

【発明が解決しようとする課題】いくつかの従来の自動 化されたPCRの計器においては、反応混合物はキャッ ブで閉じた、使い捨てブラスチック管の中に貯蔵されて いた。とのような管のための典型的な試料の体積はほぼ 100μ1であった。典型的には、このような計器は試 料のDNAを充填した多数のこのような管を使用し、そ して反応混合物は金属のブロック中の試料のウェル(w ell)と呼ぶ孔に挿入されていた。PCRプロセスを 実施するために、PCRプロトコルのファイルにおいて ユーザにより特定された規定した温度および時間に従 い、金属ブロックの温度を制御する。次いで、コンピュ ータおよび関連するエレクトロニクスは、時間、温度お よびサイクルの数などを規定するPCRプロトコルのフ ァイル中のユーザの供給したデータに従い、金属ブロッ クの温度の変化にしたがって、種々の管の中の試料も同 様の温度変化をさせる。しかしながら、これらの先行技 術の計器において、すべての試料が正確に同一の温度サ イクルを経験したわけではなかった。とれらの先行技術 の計器において、試料温度における誤差は金属の試料ブ ロック内の場所対場所の温度の不均一性、すなわち、ブ ロックの金属内に存在する温度勾配により発生し、これによりある試料はサイクルの特定の時間において他の試料と異なる温度を有していた。さらに、熱を試料ブロックから試料に伝えるときの遅延が存在したが、遅延はすべての試料について同一ではなかった。PCRプロセスを首尾よくかつ効率よく実施するために、かついわゆる「定量的」PCRを可能とするために、とれらの温度の遅延および温度の誤差は大きい程度に最小としなくてはならない。

【0012】試料の液体の熱の出入りのための時間の遅 延を最小にしそして金属ブロック上の種々の点における 温度勾配または温度の不均一性のための温度の誤差を最 小にするという問題は、試料を含有する領域の大きさが 大きくなるとき、とくに重大となる。工業的に標準のマ イクロタイタープレートのフォーマットの中に配置され た96の試料管を収容するために十分に大きい金属ブロ ックを有することは、PCR計器にとって高度に望まし い属性である。マイクロタイタープレートは、生化学お よびバイオテクノロジーの分野において多数の小さい試 料を取り扱い、処理しそして分析するために、広く使用 されている手段である。典型的には、マイクロタイター プレートは、3+5/8インチ(9.2cm)幅および5 インチ (12.7cm) 長さであり、そして9mmの中央に 8ウェル×12ウェルの長方形の列の中に96の同一の 試料ウェルを含有するトレーである。マイクロタイター プレートは広範な種類の材料、形状および体積の試料ウ ェルで入手可能であり、それらは多数の異なる使用につ いて最適化されているが、すべてのマイクロタイタープ レートは同一の全体の外側寸法および9mmの中央に同一 の8×12のウェルの列を有する。この標準のマイクロ タイタープレートのフォーマットにおける試料の取り扱 い、処理および分析を自動化するための、広範な種類の 装置は入手可能である。

【0013】一般に、マイクロタイタープレートは、射出成形または真空成形されたプラスチックで作られ、そして安価であり、使い捨て可能であると考えられる。相互汚染から生ずる法律上の責任および使用後のマイクロタイタープレートの洗浄および乾燥の困難のために、使い捨て可能性は極めて望ましい。したがって、マイクロタイタープレートのフォーマットで配置されている96までの試料について同時にPCR反応を実施できることは、PCR計器について極めて望ましい特性である。

【0014】もちろん、9mmの中央上の8×12ウェルの列の96試料を加熱および冷却するために必要な金属ブロックの大きさは、かなり大きい。との大きい面積のブロックは、一般に0~100°Cの温度範囲に試料間の温度の変動についての許容度を非常に小さくしてこのようなブロックを非常に急速に加熱および冷却できるPCR計器の設計について、多数の対応すべき工業的問題を生じる。これらの問題はいくつかの原因から生ずる。第

1に、ブロックの大きい熱的質量は、ブロックの温度を操作範囲内で大きい速度で上下させることを困難とさせる。第2に、種々の装置、例えば、冷却液の供給および抜き出しのためにマニホールド、ブロックの支持取り付け点、および関連する他の周辺装置にブロックを取り付ける必要性は、許容可能な限界を越えた温度勾配がブロックを横切って存在する可能性が生じる。

【0015】また、多数の試料の急速な、正確な温度サイクルを必要とするPCR反応または他の反応の自動化実施のための、サーマルサイクリング装置の設計における要件の間に、多数の他の衝害が存在する。例えば、金属ブロックの温度を急速に変化させるために、大量の熱を短い時間で試料ブロックから出入りさせなくてはならない。熱は電気抵抗ヒータからか、あるいは加熱された流体をブロックと接触させて流すことによって添加することができる。熱は冷却された流体をブロックと接触させて流すことによって急速に除去できる。しかしながら、これらの手段により、試料の間で温度の不均一性を生じる温度勾配を形成するようなブロック中の場所対場所で大きい温度差をつくらないで、金属ブロックに大量の加熱を迅速に出入りさせることは不可能であるように思われる。

【0016】熱の添加または除去の終了後でさえ、ブロ ック中の種々の点において貯蔵された熱がより冷たい領 域に移動して温度勾配を排除しなくてはならない距離の 平方にほぼ比例する時間の間、温度勾配は持続すること ができる。とうして、金属ブロックをより多くの試料を 収容するためにより大きく作るとき、温度変化がより大 きい寸法のブロックを横切って存在する温度勾配を引き 起こした後ブロックの中に存在する温度勾配が消滅する ために要する時間は顕著に長くなる場合がある。これ は、すべての試料の間で正確な温度の均一性を維持しな がら、試料ブロックの温度を急速にサイクルする困難を 増加させる。温度勾配を消散させるに要する時間に起因 して、ブロック中の大きい距離にわたって存在する温度 勾配の発生を防止するために、高い性能のPCR計器の 設計において、重要な必要性が発生した。他の必要性 は、金属部分またはブロックに取り付けられた他の周辺 装置の間の機械的境界を横切って熱が移動するという要 件を、出来るだけ非常に多く、回避することである。接 合部を横切ってすべての場所で高い温度伝導性を均一に 保証する方法で、金属部分を接合することは困難であ る。熱伝導性の不均一性は望ましくない温度勾配を発生 するであろう。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、試料ブロック中の試料温度の変化と反応混合物中の対応する温度変化との間の遅延を減少するための、薄い壁の試料管が開示される。2つの異なる大きさの試料管を開示するが、各々は試料ブロック中の合致する円錐形のくぼみの

中に嵌合する薄壁の円錐形区画を有する。典型的には、 縦軸に関して17°の角度をもつ円錐を使用して、試料 ブロックの中への管のジャミングを防止するが、すべり ばめを可能とする。他の形状および角度も、本発明を実 施するために十分であろう。また、試料ブロック以外 の、例えば、液体浴、オープンなどの、他の型の熱交換 器を使用することができる。しかしながら、何らかの熱 交換器と接触する試料管の部分の壁厚さは、PCRのサ イクリングの熱的応力および通常の使用の応力に十分に 耐えられる範囲内で、出来るだけ薄くあるべきである。 典型的には、試料管はオートクレーブ処理可能なポリプ ロピレン、例えば、0.009~0.012インチ± 0. 001インチ(0. 23~0. 30mm±0. 03m m) の範囲の円錐形部分の壁厚さをもつHimont PD701から作られる。より好ましくは、壁厚さは 0.012インチ(0.30mm)である。

【0018】好ましい実施態様において、試料管は、ま た、円錐形部分と接合する、より薄い壁の円筒形部分を 有する。との円錐形部分はもとの反応混合物またはPC Rプロセス後に添加できる試薬を含有する。図51に示 す試料管は、他のPCRシステムにおける適合性のため の薄い壁を除いて、工業的に標準の形状を有する。図1 5の試料管は、ことに開示するシステムとともに使用で きる、短い管である。薄い壁の試料管の使用が好ましい システム環境の他の実施態様を以下に要約する。非常に 急速な温度サイクルのPCRプロトコルの実施の間に、 マイクロタイタープレートのフォーマットにおいて配置 された非常に大きい数の試料について、非常に正確な温 度制御を達成する新規な方法および装置をさらに開示す る。本発明の教示は、試料ブロック、試料管および支持 の取り付け、加熱および冷却装置、制御エレクトロニク スおよびソフトウェアについての新規な構造、新規なユ ーザのインタフェースおよびPCRプロトコルを実施す るために前記装置を使用する新規な方法を包含する。

【0019】とこに開示される装置は、多数の試料を横 切って温度制御の非常に緊密な許容度で96までの試料 についてPCR遺伝子増幅を実施するように設計され る。すなわち、すべての試料は、異なる試料を含有する 異なるウェルの間の温度差を非常に小さくして同時に温 度が上下する。これはポリメラーゼ連鎖反応のサイクル を通じて真実である。また、この装置は、各試料ウェル 中の蒸発および凝縮のプロセスの制御により、反応混合 物の濃度を非常に厳密に制御することができる。さら に、この装置は、試料ウェルの間の相互汚染を実質的に なくして、各々が異なるドナー源からの100μ1の9 6までの試料を処理することができる。本発明は、標準 の96ウェルのマイクロタイタープレートのフォーマッ トにおいてアルミニウムの試料ブロックを加熱および冷 却して試料を熱的にサイクリングし、その結果、急速な サーマルサイクリング速度、制御しない変化する周囲温

The state of the s

度および他の操作条件、例えば、電力ラインの電圧および冷却液温度にかかわらず、きわめてすぐれた試料対試料の均一性が存在する新規な方法を包含する。

【0020】また、本発明は、各試料管が加熱されたカバーからの下降する圧力下に試料ブロックと最良の嵌合を見いだすために十分な個々の動きの自由度を有するとともに、サーマルサイクリングのためのDNAを含有する96までの個々の試料管を収容する、使い捨てブラスチック96ウェルのマイクロタイターブレートのための新規な構成を包含する。各管の最良の嵌合を可能とするとによって、試料ブロックの金属と試料管および収縮の速度の差が、使い捨てマイクロタイターブレートの構造において、試料管の中心対中心の類的膨張および収縮の速度の差が、使い捨てマイクロタイターブレートの構造において、試料管の中心対中心の距離に関して、試料ブロック中のウェルの相対的中心対中心の寸法を変化させる場合でさえ、マイクロタイターブレートの構造は試料ブロック対各試料管の高くかつ均一な熱伝導性を提供する。

【0021】さらに、本発明は、処理されている試料の 温度を直接測定しないで、これらの温度を連続的に計算 しかつ表示する能力を有した、PCR計器を制御する新 規な方法および装置を包含する。これらの計算された温 度を使用して、試料が各標記インキュベーション温度に ついて所定の温度の許容度の帯域内に保持される時間を 制御する。との制御システムは、また、試料ブロックに 熱的に連結した3ゾーンのヒータを制御し、そして試料 ブロック中の方向的に交錯したランプ冷却チャンネルを 通して流体の流れをゲート(gate)し、流体の流れ は、試料ブロックを通る冷却液の一定のパイアス冷却流 と組み合ったとき、ユーザが特定する標的温度への急速 な温度変化およびその温度における正確な温度制御を達 成する設備を提供する。3 ゾーンのヒータを制御する方 法および装置は、なかでも、3 ゾーンのヒータの種々の ゾーンへ供給すべき電気的エネルギーの量を計算すると き、ライン電圧、ブロック温度、冷却液温度および周囲 温度を考慮する装置を含んでいる。このヒータは、試料 ブロックのへりまたは「ガードバンド」の下で別々に制 御することができ、こうして試料ブロックのへりへ取り 付けられた周辺装置を通る周囲への過剰の熱損失を補償 できるようにする、ゾーンを有する。これは温度勾配の 形成を防止する。

【0022】さらに、本発明は、試料をそれらの沸点付近の温度においてインキュベーションするとき、反応混合物からの溶媒の損失を防止する新規な方法および装置を包含する。加熱された定盤は試料管の上部をカバーし、そして個々のキャップと接触し、これらのキャップは各試料管に気密シールを提供する。定盤からの熱は各試料管およびキャップの上部を凝縮点より上の温度に加熱するので、試料管内で凝縮および還流は起こらない。凝縮は比較的大きい熱移動を表す。なぜなら、蒸発熱に

等しい量の熱が水蒸気の凝縮に消費されるからである。 これは、凝縮が均一に起こらない場合、試料から試料への大きい温度の変動を引き起こすことがある。加熱された定盤は、試料管中の凝縮の発生を防止し、これにより この潜在的な温度誤差源を最小にする。加熱された定盤の使用は、また、試薬の消費を減少する。

【0023】さらに、加熱された定盤は、すべての試料 管を温度制御した試料ブロックの中にしっかり押し込ん で各管について均一なブロック対管の熱伝導を確立しか つ維持するために必要な、実験的に決定した最小の下向 きの力を越える下向きの力を各試料管に与える。熱伝導 のこの均一性は、管対管の長さ、直径、角度または他の 寸法の誤差の変動に無関係に確立され、これらはそうで なければある試料管を他の試料管より対応する試料ウェ ルの中によりきっちりと嵌合させる。加熱された定盤 は、各キャップのプラスチックを軟化するが、キャップ の弾性を完全には破壊しない。こうして、最小の限界の 下向きの力を、管対管の管の高さの差にかかわらず、各 管に連続的に加える。ととに記載するPCR計器は、2 倍またはそれ以上サイクル時間を減少し、そしてPCR 体積を20 u h まで試薬のコストを下げるが、工業規格 0.5mlのマイクロ遠心分離器管との適合性を残す。

[0024]

【実施例】図1を参照すると、本発明の教示に従いPC Rを実施するためのコンピュータ制御の計器の1つの実 施態様の主要なシステム要素のブロック線図が示されて いる。増幅すべきDNAまたはRNAを含む試料混合物 を温度プログラムされた試料ブロック12の中に配置 し、そして加熱されたカバー14でカバーする。ユーザ は、キーボードおよびディスプレイを含む端子16を経 て、所望のPCRプロトコルの時間および温度のパラメ ーターを定めるデータを供給する。キーボードおよびデ ィスプレイはバス18を経て制御コンピュータ20(以 後中央処理装置またはCPUと呼ぶ)に連結する。との 中央処理装置20は、下に記載する制御プログラム、所 望のPCRプロトコルおよび以下に記載するある種の較 正定数を蓄積する記憶装置を包含する。制御プログラム はCPU20が試料ブロック12の温度サイクリングを 制御するようにさせそしてユーザのインタフェースを実 施し、そしてユーザのインタフェースはある種のディス プレイをユーザに提供し、そしてユーザにより端子16 のキーボードを経て入力されたデータを受けとる。

【0025】好ましい実施態様において、中央処理装置20は特注設計される。エレクトロニクスのブロック線図は以下でより詳細に論ずる。他の実施態様において、計器の種々のヒータおよび他の電気-機械的システムを制御しそして種々のセンサーを読む中央処理装置20および関連する周辺エレクトロニクスは、任意の汎用コンピュータ、例えば、適当なブログラムによるパーソナルコンピュータまたはマイクロコンピュータである。試料

10を試料ブロック12の中に配置されたキャップ付き使い捨て管の中に貯蔵し、そして加熱されたカバー14 により周囲空気から隔離し、そして加熱されたカバー14 は以下に記載するプラスチックの使い捨てトレーと接触して、試料管が内部に存在する加熱された箱体を形成する。加熱されたカバーは、なかでも、試料管内の蒸発、凝縮および還流により、試料混合物を出入りする望ましくない熱移動を減少する働きをする。それは、また、キャップの内側を乾燥に保持し、これにより管からキャップを取ったとき、エアゾールの形成を防止することによって、相互汚染の機会を減少する。加熱されたカバーを試料管のキャップと接触させ、そしてそれらをほぼ104℃または反応混合物の種々の成分の凝縮点より上に加熱して保持する。

【0026】中央処理装置20は、加熱されたカバー1 4の温度を感知しそしてその中の電気抵抗ヒータを制御 してカバー14を所定の温度に維持するために、適当な エレクトロニクスを包含する。加熱されたカバー14の 温度の感知およびその中の抵抗ヒータの制御は、温度セ ンサー(図示せず)およびバス22を経て達成される。 冷却液制御システム24は、冷却された冷却液、例え は、自動車の不凍液と水の混合物を、試料ブロック12 中のバイアス冷却チャンネル (図示せず)を通して、入 力管26および出力管28を経て、連続的に循環させ る。冷却液制御システム24は、また、試料ブロック1 2中のより高い体積のランプ冷却流体の流路(図示せ ず)を通る流体の流れを制御する。ランプ冷却チャンネ ルを使用して、試料ブロック12を通して大きい体積の 冷却された冷却液を比較的高い流速で送ることによっ て、試料ブロック12の温度を急速に変化させる。ラン プ冷却用冷却液は試料ブロック12に管30を通して入 り、そして管32を通して試料ブロック12から出る。 冷却液制御システムの詳細は図46に示されている。冷 却液制御システムは、制御システムのエレクトロニクス およびソフトウェアの説明において以下でより詳細に論 ずる。

【0027】典型的には、試料ブロック12の冷却に使用する冷却液は、主として水とエチレングリコールとの混合物から成る。冷却液は熱交換器34により冷却され、そして熱交換器34は試料ブロック12から熱を抽出した冷却液を入力管36から受けとる。熱交換器34は、冷却装置40から入力管38を経て圧縮された液体のフレオン冷却剤を受けとる。この冷却装置40は、管46を経て熱交換器34から受けとったフレオンガスを圧縮する。気体のフレオンはフィン管疑縮器44において冷却されそして液体に凝縮される。液体のフレオンの存在は、絞り弁式毛管47によりフィン管疑縮器中のその蒸気圧より上に維持される。この毛管の出力は管38を

経て熱交換器34の入力部に連結される。熱交換器において、フレオンの圧力はフレオンの蒸気圧より下に低下し、そしてフレオンが膨張する。この膨張工程において、熱は熱交換器中を循環する加温された冷却液から吸収され、そしてこの熱はフレオンに移動し、これによりフレオンは沸騰するようになる。次いで、加温されたフレオンは熱交換器から管16を経て抽出され、そして圧縮されそして再びフィン管凝縮器44を通して循環される。ファン42はフィン管凝縮器44を通して矢印48で示すように空気を流して、フレオン中の熱を管46から周囲の空気と交換させる。冷却装置40は30℃において400ワットの熱および10℃において100ワットの熱を冷却液から抽出して、本発明の教示に従い急速な温度のサイクルを支持することができる。

【0028】好ましい実施態様において、図1の装置はハウジング(図示せず)内に囲まれている。周囲の空気へ追い出された熱48はハウジング内に保持され、冷却された冷却液またはフレオンを1つの場所から他の場所に運ふ種々の管上に起こる凝縮の蒸発を促進する。疑縮は、装置またはエレクトロニクスの回路の構成において使用した金属の腐食を引き起とすことがあり、したがって除去すべきものである。囲いの内側の熱48の放出は、凝縮の蒸発を促進して腐食を防止する。

【0029】その熱をフレオンと交換した後、冷却液は 熱交換器34を管50を経て出て、冷却液制御システム に再び入り、ここで端子16を経てユーザが入れたデー タにより定められるPCRサイクルの急速な冷却部分の 間、冷却液は必要に応じて試料ブロックへゲートされ る。上記のように、PCRプロトコルは少なくとも2つ の異なる温度およびしばしば3つの異なる温度における インキュベーションを包含する。典型的なPCRサイク ルは図11に示されており、ここで変性インキュベーシ ョン170は94℃付近の温度において実施し、ハイブ リダイゼーションインキュベーション122は室温付近 の温度(25℃~37℃)において実施し、そして伸長 インキュベーション174は50℃付近の温度において 実施する。これらの温度は十分に異なり、したがって、 すべての試料の反応混合物の温度を1つの温度から他の 温度に急速に動かす手段を準備しなくてはならない。ラ ンプ冷却システムは、試料ブロック12の温度を高い温 度の変性インキュベーションからより低い温度のハイブ リダイゼーションインキュベーションおよび伸長インキ ュベーションの温度に急速に低下させる手段である。典 型的には、冷却液の温度は10~20℃の範囲である。 冷却液が20℃であるとき、それは約400ワットの熱 を試料ブロックから送り出すことができる。典型的に は、ランプ冷却チャンネルの寸法、冷却液の温度および 冷却液の流速は、5~6℃/秒のピーク冷却が操作範囲 の高い端(100℃)付近において達成され、かつ2. 5°C/秒の平均の冷却速度が試料プロックの温度を94 ℃から37℃にするとき達成されるようにセットする。 【0030】ランプ冷却システムは、ある実施態様において、試料ブロックの温度を標的のインキュベーション 温度にまたはその付近に維持するために使用できる。しかしながら、好ましい実施態様において、標的インキュベーション温度を維持するための下向き試料ブロック1 2の小さい温度変化はバイアス冷却システムにより実施される。

【0031】図46に示すように、ポンプ41は濾過貯 留槽39 (130m1の容量) から1/2インチ管を経て 冷却液を絶えず送り、そしてそれを1/2インチ管を経 て分岐部47へ送る。ポンプ41は冷却液をパイプ45 に1~1. 3ガロン/分の一定の流速で供給する。分岐 部47において、管45中の流れの部分はバイアス冷却 チャンネル49を通して一定の流れとして転向する。管 45中の流れの他の部分は、絞り弁51を通して出力管 38に転向する。絞り弁51はとのシステムにおいて十 分な圧力を維持し、こうしてバス54を経るCPU20 の制御下に2状態のソレノイド作動弁55の入力53に おいて正の圧力が存在する。ランプ冷却の急速な下向き の温度変化の実行が望ましいとき、CPU20はソレノ イド作動弁55を開放し、冷却液をランプ冷却チャンネ ル57を通して流れさせる。8つのランプ冷却チャンネ ルが存在するので、各ランプ冷却チャンネルを通る流量 は約1/8ガロン/分である。バイアス冷却チャンネル を通る流量は、その大きく制限された断面積のために、 非常に少ない。

【0032】バイアス冷却システムは、試料ブロック1 2中のバイアス冷却チャンネル49を通して冷却された 冷却液の小さい一定の流れを提供する。これは試料ブロ ック12から一定の小さい熱損失を引き起とし、これは マルチゾーンヒータ156により補償され、マルチゾー ンヒータ156は試料ブロックの温度を安定した値に維 持すべきインキュベーションセグメントのために試料ブ ロック12に熱的に連結されている。バイアス冷却の流 れにより引き起こされる一定の小さい熱損失は、小さい 温度のための温度の上下の比例的制御を制御システムに 実行させる。これが意味するように、両者の加熱および 冷却を、制御された予測可能な小さい速度で温度サーボ システムは利用して、ブロック温度の誤差を補正してブ ロック温度が信頼性をもって、ユーザが入れたPCR温 度のプロフィルをたどるようにする。別の方法はフィル ムヒータへの電力をカットオフし、そしてブロック温度 が高すぎたとき、試料ブロックが熱を放射および対流に より周囲に放出するようにさせることである。これは、 定量的PCRサイクリングのための厳密な温度制御の規 格を満足するためには遅すぎそして予測不可能である。 【0033】 このマルチゾーンヒータ156は図1にお いてCPU20によりバス52を経て制御され、そして 試料ブロック12の温度をより低いインキュベーション 温度からより高いインキュベーション温度に急速に上昇させる手段であり、そしてバイアス冷却を補償しそしてインキュベーションの間の温度のトラッキング(追跡) および制御の間、温度誤差を上方に補正する手段である。他の実施態様において、バイアス冷却は使用しないようにしても良く、あるいは他の手段、例えば、試料プロックの金属の中に形成された冷却ファンまたは冷却フィン、ベルチェ接合または絶えず循環する水道水により、これらの他の実施態様において、温度勾配が試料ブロックの中に生じないように注意しなくてはならない。温度勾配はあるる試料の温度を他の試料と異なる温度にし、これによりある試料におけるPCR増幅の結果を他の試料のそれと異ならせる。好ましい実施態様において、バイアス冷却はブロック温度と冷却液温度との間の差に比例する。

【0034】CPU20は、図1において試料ブロック 12の金属の温度を温度センサー21およびバス52を 介して検知するととによって、及び循環冷却液の温度を バス54および冷却液制御システムの温度センサーを介 して感知することによって、試料ブロック12の温度を 制御する。冷却液のための温度センサーは図46におい て61に示されている。CPUは、また、図1において システムのハウジングの内部の周囲空気の温度を周囲空 気温度センサー56により感知する。さらに、CPU2 0はライン58の入力電力のライン電圧をセンサー63 を介して感知する。データのすべてのこれらの項目は、 所望のPCRプロトコル、例えば、インキュベーション のための目標温度および時間を定めるためにユーザが入 力するデータの項目と一緒に、より詳細に後述する制御 ブログラムにより使用される。この制御プログラムは、 マルチゾーン試料ブロックフィルムヒータ156の種々 のゾーンへバス52を経て加える電力の量を計算し、そ して冷却液制御システム24においてソレノイド作動弁 55を開閉する冷却液制御信号をバス54を経て発生し て、試料ブロックの温度が、ユーザが入力したデータに より定められるPCRブロトコルに従うようにさせる。 【0035】図2を参照すると、試料ブロック12の上 面図が示されている。試料ブロック12の目的は、薄い 壁の試料管の列のための機械的支持および熱交換部材を 提供することであり、ここで各試料管中の試料の液体と 試料ブロック12の中に形成されたバイアス冷却チャン ネルおよびバイアス冷却チャンネルの中を流れる冷却液 との間で熱が交換される。更に、試料ウェルの種々のも のの間で大きい温度勾配をつくらないでとの熱交換機能 を提供し、列中のすべての試料混合物が、空間的に分離 されていても、同一PCRサイクルを経験するようにさ せることは、試料ブロック12の果すべき機能の一つで ある。ととに記載するPCR計器の全体の目的は、複数 の試料について試料液体の温度を非常に厳密に制御し、 とうしていずれの試料液体の温度も他の試料ウェル中の いずれの他の試料液体の温度とPCRサイクルのいずれ の点においても感知しうるほど(ほぼ±0.5℃)差が 生じないようにすることである。

【0036】「定量的」PCRと呼ばれるPCR技術の分野が存在する。との技術において、との目的は標的DNAの量をサイクル毎に正確に2倍にすることによってPCR増幅を出来るだけ正確に実施することである。サイクル毎の正確な倍増は達成が困難であるか、あるいは不可能であるが、厳密な温度制御はこれを達成する上で役に立つ。多数の誤差源が存在し、これらのために、PCRサイクルはサイクルの間の標的DNA(以後"DNA"はまた"RNA"を意味すると理解されたい)の量を正確に2倍にすることができないことがある。例えば、あるPCR増幅において、このプロセスは標的DNAの単一の細胞を使用して開始する。この単一の細胞が試料管の壁に粘着しそして最初の数サイクルで増幅しないようなとき、この誤差は容易に生じ得る。

【0037】誤差の他の型は、「外来」標的DNAを攻 撃する外来ヌクレアーゼが反応混合物の中に入ることで ある。すべての細胞は、細胞中で遊離した外来DNAを 攻撃する非特異的ヌクレアーゼを有する。これが起こる とき、それは複製プロセスを妨害するか、あるいは停止 させる。とうして、1滴の唾液またはふけの粒子または 他の試料混合物からの物質が試料混合物の中に偶発的に 入る場合、これらの細胞中のヌクレアーゼ物質は標的D NAを攻撃しそして増幅プロセスにおいて誤差を生ず る。すべてのこのような交差汚染源を排除することは高 度に望ましい。他の誤差源は、試料の種類が多様である 場合に生じる、試料混合物の温度制御の不正確さであ る。例えば、すべての試料が伸長インキュベーションの ために適切なアニーリング温度(通常50~60℃の範 **囲のユーザが選択した温度)を有するように正確に制御** されない場合、DNAのある種の形態は適切に伸長され ないであろう。これが起こる理由は、温度が低すぎる場 合、伸長プロセスにおいて使用するプライマーが誤った DNAにアニーリングすることである。アニーリング温 度が高すぎる場合、プライマーは標的DNAにまったく アニーリングしない。

【0038】PCR増幅が診断試験、例えば、HIV抗体、肝炎、または遺伝病、例えば、鎌状赤血球貧血などの存在についての診断試験の一部分であるとき、PCR増幅プロセスを不正確に実施した結果を容易に想像するととができる。このような診断試験における誤った陽性または誤った陰性の結果は、個人的または法律的に破滅的な結果を生じることがある。したがって、ここに記載するPCR装置の設計の目的は、これらの起こりうる誤差源、例えば、交差汚染または劣悪な温度制御の出来るだけ多くを排除すると同時に、工業的に標準の96ウェルのマイクロタイターブレートのフォーマットと適合する装置を提供することである。この装置は簡単なユーザ

のインタフェースを使用して柔軟にPCRを高速で実施できるものでなくてはならない。好ましい実施態様において、試料ブロック12は比較的純度の高い、腐食抵抗性のアルミニウム、例えば、6061アルミニウム合金から機械加工する。アルミニウムの中実ブロックからブロック構造を機械加工すると、熱的により均質な構造が生ずる。鋳造したアルミニウム構造体は、非常に厳密な所望の温度制御の規格を満足するために必要なほど、熱的に均質にはなりにくい。

【0039】試料ブロック12の熱的質量は小さくされ ているので、急速な温度変化を行うことができる。これ は多数の冷却通路、試料ウェル、みぞおよび他のねじ孔 または非ねじ孔をブロックの中に形成することによって 実施される。とれらの孔のいくつかを使用して、ブロッ クを支持体に取り付けそして外部の装置、例えば、マニ ホールドおよびとぼれトレーを取り付ける。試料ブロッ クの構造の「ハニカム」性質を最もよく理解するため に、ブロックを平面図で示す図2ならびに試料ブロック の正面図および断面図を示す図3~図8を同時に参照す る。例えば、図3は図2の線3-3′から見た冷却チャ ンネルの位置を示す側面図である。反対側から見た、試 料ブロック12の側面図は同一である。図4は図2の線 4-4′から見た試料ブロック12のへりの側面図であ る。図5は図2の線5-5′から見た試料ブロック12 のへりの側面図である。図6は図2の線6-6′に沿っ た試料ブロック12の断面図である。図7は図2の線7 -7′に沿った試料ブロック12の断面図である。図8 は図2の線8-8′に沿った試料ブロック12の断面図 である。

【0040】試料ブロック12の上部表面は、66と68とで代表的に示した円錐形試料ウェルの8×12列が孔開けされている。各試料ウェルの円錐形の形状は図8に最もよく示されている。各試料ウェルのウェルは17°の角度で孔開けされていて、各試料管の円錐形部分の角度と合致している。これは図8において直径D▼を有するパイロット孔を孔開けすることによって形成される。次いで、17°のカウンターシンクを使用して円錐形壁67を形成する。

【0041】各試料ウェルの底は、試料管の先端の浸透深さを越える深さを有する溜70を含む。溜70はバイロット孔によりつくられ、そして試料管が対応する試料ウェルの中に配置されるとき、試料管より下に小さい開いた空間を提供する。この溜は、試料ウェルの壁への各試料管の緊密な嵌合を妨害せずに、液体、例えば、ウェル壁上に形成する凝縮物が存在するための空間を提供する。この緊密な嵌合は、ウェル壁から試料液体への熱伝導性を各試料管について均一かつ高くすることを保証するために必要である。1つの管についてゆるい嵌合を引き起こすウェル中の汚染は、列を横切る熱伝導性のこの均一性を破壊するであろう。すなわち、試料ウェル中の

試料管の嵌合に要する圧力では液体は実質的に圧縮されないので、溜70が存在しない場合、試料ウェルの底中に液体が存在するとその試料ウェル中の試料管は完全に嵌合できなくなることがある。さらに、溜70はある空間を提供し、この空間において、溜70の中に存在する液体の気相は高い温度のインキュベーションの間に膨張できるが、もし溜70が存在しない場合には膨張による大きい力が試料管に加えられて試料ウェルとの均一な接触から管が押し出されてしまう恐れがある。

【0042】実験から、各試料管はその対応する試料ウェルと均一に接触することが重要であること、そしてある最小の限界の力を各試料管に加えて、試料ウェルの壁と反応混合物との間の熱伝導性を列を通じて均一に保持する必要があることが発見された。この最小の限界の嵌合力は、図15に力のベクトルFとして示されており、そして1つの試料管の壁を通る熱伝導率がブロック中のどこかに位置する他の試料管を通る熱伝導率と異なるのを防止するための、主要な因子である。最小の限界の嵌合力Fは30gであり、そして好ましい力のレベルは50~100gである。

【0043】試料ウェルの列は、図2、図6および図8 において最もよく示されるように、2つの機能を有する みぞ78により実質的に完全に取り囲まれている。この みぞ78の主な機能は試料ブロックの中央区域からブロ ックのへりへの熱伝導を減少することである。みぞ78 は試料ブロックの厚さの約2/3にわたって延設されて いる。とのみぞは、支持ピン、マニホールドなどのブロ ックへの必要な機械的接続により引き起こされる、回避 不可能な熱勾配の作用を最小とする。第2の機能は熱的 質量を試料ブロック12から除去して、試料ブロック1 2の温度をより急速に変更可能とし、そして「ガードバ ンド」と呼ぶへり領域におけるウェルの列をシミュレー トすることである。図2における点80および82の間 のみぞ78の部分により除去される金属の量は、8つの 試料ウェル83~90の隣接する列により除去される金 属の量に実質的に等しいように設計される。この目的 は、ガードバンドの熱的質量を隣接する以下に説明する 「局所的ゾーン」、の熱的質量に合致させることであ

【0044】図3、図6および図8を参照すると、試料ブロック12の金属の中に形成された、種々のバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルの数および相対的位置が示されている。9つのバイアス冷却チャンネル91~99が存在する。同様に、8つのランプ冷却チャンネル100~107が存在する。これらのバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルの各々は試料ブロックのアルミニウムにガン孔開けされる。ガン孔開け法はよく知られており、試料ブロック12の底表面110の出来るだけ近くに長い非常に真っすぐな孔を開けることができる。ガン孔開け法は真っすぐな孔を開けることができる。ガン孔開け法は真っすぐな孔を開

けるので、この方法はバイアス冷却チャンネルまたはランプ冷却チャンネルが、孔開けの間にそれることおよび試料ブロックの底表面110を貫通することを防止したり、あるいは他の冷却チャンネルに対する相対的位置の変動を防止する上で好ましい。このような位置の誤差は、局所的ゾーンの「局所的バランス」または「局所的対称性」を覆すことによって、望ましくない温度勾配を引き起こすことがある。これらの概念は以下で説明するが、これらの概念と、この概念を実現する構造は、異なる試料ウェルの間のように過度の温度誤差をつくらないで、96までの試料の急速な温度サイクリングを達成するために重要であることを理解すべきである。

【0045】バイアス冷却チャンネル91~99は、好 ましい実施態様においてシリコーンゴムでライニングし て、バイアス冷却チャンネルの壁を横切る熱伝達率を低 下させる。バイアス冷却チャンネル中の壁を横切る熱伝 達率を低下させることは、マルチゾーンヒータ156を オフにしそして試料ブロック12からの熱損失が主とし てバイアス冷却チャンネルによるときに、試料ブロック 12の急速過ぎる温度変化を防止する上で好ましい。と れは、試料ブロックの温度が所望の標的インキュベーシ ョン温度よりわずかに上昇し、そして制御システムが試 料ブロックの温度をユーザが特定したインキュベーショ ン温度まで戻す場合の制御過程で生じる。「制御された オーバーシュート」は以下に記載するように使用されて いるが、との場合における冷却速度が速すぎると、制御 システムのサーボフィードバックループが応答すること ができる前に、所望のインキュベーション温度に対して オーバーシュートを引き起こすことがある。ブロック温 度のサーボフィードバックループは外乱に対する応答の 時定数を有するので、加熱および冷却の量および試料ブ ロックの生ずる温度変化速度を制御し、制御システムが 温度誤差に対して応答できるより速い速度で、試料ブロ ックの温度を変化させないことによって、オーバーシュ ートを最小にすることが望ましい。

【0046】好ましい実施態様において、バイアス冷却チャンネルは直径4mmであり、そしてシリコーンゴムの管は1mmの内径および1.5mmの壁厚さを有する。これは、ブロックが作動上限温度、すなわち、約100℃であるとき、ほぼ0.2℃/秒のバイアス冷却速度を与え、そして試料ブロック12が作動下限温度であるとき、ほぼ0.1℃/秒のバイアス冷却速度を与える。図1における冷却液制御システム24は、バイアス冷却チャンネル内に、ランプ冷却チャンネル100~107を通る冷却液の流速のほぼ1/20~1/30倍の冷却ぞの流速を生じさせる。バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルは同一サイズ、すなわち、4mmの直径であり、そして試料ブロック12全体にわたって延設されている。バイアス冷却チャンネルは、その端にフックをもつ剛性なワイヤをバイアス冷却チャンネルの中に

挿入しそしてそれを4mよりわずかに大きい外径を有するシリコーンゴム管の端の孔を通してフッキングすることによってライニングされる。次いで、ワイヤ中のフッキングをシリコーンゴム管中の孔を通し、そしてシリコーンゴム管をバイアス冷却チャンネルを通して引き、そして試料ブロック12の端表面と同一平面になるように切断する。

【0047】ねじ孔108~114は、冷却液のマニホールドを試料ブロック12の各側にボルト止めするのに使用される。冷却液のマニホールドはブロックの両端にボルト止めされる。これらの2つのマニホールドを図1において冷却チャンネル26,28,30および31に連結され、マニホールドと試料ブロックの金属との間に挿入したガスケット材(図示せず)を介して試料ブロック12に取付けられている。このガスケットは冷却液の漏れを防止し、試料ブロック12とヒートシンクを代表するマニホールドとの間の熱伝導を制限する。前述の目的に合った任意のガスケットであれば本発明の実施のために十分である。

【0048】みぞ78の位置に対するバイアス冷却チャ ンネルおよびランプ冷却チャンネルの位置は、図6の断 面図において最もよく示されている。試料ウェルの位置 に対するバイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャ ンネルの位置は、図8の断面図において最もよく示され ている。バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャ ンネルは、一般に、隣接した試料ウェルの先端の間の位 置に介在する。さらに、図8から明らかなように、バイ アス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネル、例え ば、チャンネル106および97は、1または2以上の 試料ウェルの壁を貫通することなしには、図の正の2方 向に大きく外れることはできない。同様に、冷却チャン ネルは、試料ブロック12の底表面116を貫通すると となしには負のz方向に大きく外れることはできない。 明瞭のため、バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却 チャンネルの、試料ウェルおよび他の構造物の位置に対 する相対位置は図2に示されていない。しかしながら、 試料ウェルのすべてのカラムの間にバイアス冷却チャン ネルまたはランプ冷却チャンネルが存在する。

【0049】図2を参照すると、孔118、119、120 および121にねじ山を形成し、そしてそれらの孔を使用して、試料ブロック12の中に形成する種々の孔およびみぞを機械加工するために使用する機械に試料ブロック12を取り付ける。図2、図4および図5において、孔124、125、126および127を使用して、以下に詳細に記載する、図9に示す支持ブラケットに試料ブロック12を取り付ける。鋼製のボルトはこの支持ブラケットを通してねじ孔124~127の中に延びて、試料ブロック12を機械的に支持する。これらの鋼製のボルトは、ヒートシンクまたはヒートソースになるとともに、熱的質量を試料ブロック12に付加し、そ

して試料ブロック12と周囲の環境との間の熱的エネルギーの移動のための付加的通路を提供する。これらの支持ピンおよびマニホールドは、これらの周辺構造体を通して伝達される熱的エネルギーが試料の温度に影響を与えるのを防止するためにガードバンドが必要となる2つの重要な因子である。図5を参照すると、孔128,130および132は集積回路の温度センサー(図示せず)のための取り付け孔であり、この温度センサーは孔128を通して試料ブロックの中に挿入され、そしてねじ孔130および132へ締結されるボルトにより固定される。孔128の深さおよびみぞ78および試料ウェルの隣接する列との相対的位置は、図2に最もよく示されている。

【0050】図2を参照すると、孔134~143はスピルカラー147(図示せず)を取り付けるために使用する取り付け孔である。このスピルカラー147は図19に示されており、図19は加熱された定盤14、すべりカバー316および案内ねじアセンブリ312の構造を詳細に示す。スピルカラーの目的は、試料管からこぼれた液体が機器ケーシングの内側に侵入して腐食を生じるのを防止することである。

【0051】図9を参照すると、試料ブロック12のた めの支持システムおよびマルチゾーンヒータ156の構 造の断面図が示されている。試料ブロック12は4つの ボルトにより支持され、それらをボルト146で代表し て示している。これらの4つのボルトは鋼製支持ブラケ ット148の直立部材を貫通している。2つの大きいコ イルばね150および152は、支持ブラケット148 の水平部分と鋼製圧力板154との間で圧縮されてい る。ばね150および152は、試料ブロック12の底 にフィルムヒータ156を圧着するために正の2方向に 約300ポンド/平方インチの力を供給するように十分 に圧縮されている。この3層のフィルムヒータは、マル チゾーンフィルムヒータ156、シリコーンゴムのパッ ド158およびエポキシ樹脂フォームの層160から構 成されている。好ましい実施例において、フィルムヒー タ156は3つの別々の制御可能なゾーンを有する。フ ィルムヒータの目的は、図1においてCPU20の制御 下に試料ブロック12に熱を供給することである。シリ コーンゴムのパッドの目的は、フィルムヒータ層156 から下の構造体への熱伝導率を低減することである。こ れらの下部構造体はヒートシンクおよびヒートソースと して働くため、これらの間で望ましくない熱エネルギー が試料ブロック12から出入りする可能性があるからで ある。シリコーンゴムのパッド158は、いくつかのフ ィルムヒータはニクロム線を有するため完全に平らでは ない場合があるので、フィルムヒータ156の表面の不 規則性を補償するという追加の機能を有する。

【0052】鋼製板154およびエポキシ樹脂フォーム 160の目的は、ばね150および152からの力をシ

リコーンゴムのバッド158およびマルチゾーンフィル ムヒータ156に伝えて、フィルムヒータを出来るだけ 試料ブロックの底表面に密着するように押圧することで ある。エポキシ樹脂フォームは剛性であって、ばねの力 の下に破壊しないように剛性を有するとともに、すぐれ た絶縁体であり、熱的質量が小さい、すなわち、密でな い構造であるべきである。1つの実施例において、フォ ーム160は商標ECKOフォームで製造されている。 他の実施態様において、他の構造体をシリコーンゴム層 158および/またはエポキシ樹脂フォーム層160の 代わりに使用することができる。例えば、剛性のハネカ ム構造体、例えば、航空機の構成に使用する構造体を圧 力板154とフィルムヒータ156との間にそれらの間 に絶縁層を配置させて使用することができる。層158 および160のためにどんな構造体を使用しても、構造 体は試料ブロック12が加熱されている間にそのブロッ クから多量の熱を吸収してはならず、そして試料ブロッ ク12が冷却されている間に、そのブロックに多重の熱 を与えてはならない。しかしながら、周囲構造体からの ブロックの完全な隔離は事実上不可能である。試料ブロ ック12と接触して、試料ブロックを周囲から出来るだ け完全に隔離して、ブロック12の熱的質量を最小に し、かつ試料ブロックおよびその中に格納された試料混 合物の急速な温度変化を可能とする、他の構造体を設計 するための努力をすべきである。

【0053】試料ブロックの温度の正確な制御は、図9におけるマルチゾーンフィルムヒータ156により試料ブロックへ供給される熱の量を制御することによって、図1においてCPU20により達成される。フィルムヒータはパルス幅変調法の改良した方法を用いて駆動される。第1に、電力ラインからの120ボルトの波形を整流して、同一極性の半波のみを保存する。次いで、各半波部分をフィルムヒータの適当なゾーンに入力し、フィルムヒータの種々のゾーンへ加えられる各ハーフサイクルの割合をCPU20により制御する。

【0054】図10はフィルムヒータ156についての電力制御の概念の1つの実施例を示す。図10は供給ライン電圧の電圧波形図である。ネガティブハーフサイクル162を排除する整流が起こる。参照番号164で例示するポジティブハーフサイクルのみが残る。次いで、CPU20およびその関連する周辺電子回路は、フィルムヒータ156の種々のゾーンへ加えられる各ハーフサイクルの部分を、各ゾーンについて下に記載する式いており、の分割線166は、各ゾーンについて特別の式中の多数の因子に基づいて、フィルムヒータへの電力の量を制御するために時間軸に沿って前後に移動せしめられる。ポジティブハーフサイクル164の下の斜線区域は、分割線166の示した位置につい

てフィルムヒータ156へ加えられた電力を表す。分割線166が右に動くとき、より多くの電力がフィルムヒータへ加えられ、そして試料ブロック12はより高温になる。分割線が時間軸に沿って左に動くとき、斜線区域はより小さくなり、そしてより少ない電力がフィルムヒータに加えられる。CPU20およびその関連するソフトウェアおよび周辺回路がブロック12の温度を制御する方法を、より詳細に以下に記載する。

【0055】フィルムヒータへ供給される電力は、0か ら600ワットに連続的に変化させることができる。他 の実施例において、フィルムヒータ156へ供給される 電力は、他の方法、例えば、DCフィルムヒータを通る 電流またはそれに加えられる電圧等のコンピュータ制御 を使用して、あるいは下に記載するゼロ交差スイッチン グ法により制御することができる。他の実施態様におい て、試料ブロック12の加熱制御は、試料ブロック12 の金属内に形成される加熱制御チャンネルを通して流さ れる、髙温気体または液体の流速および/または温度を 制御することにより行うことができる。もちろん、この ような他の実施例においては、ブロック中の試料ウェル の数を低減しなくてはならないであろう。なぜなら、図 2~図8に示す試料ブロック12中には追加の加熱チャ ンネルのための余地が存在しないからである。このよう な他の実施例は、例えば、もしすべての他のウェルを除 去して試料ブロック中に加熱チャンネルのための余地を つくるなら、96ウェルのマイクロタイタープレートの フォーマットに適合させることができる。これはこのよ うなマイクロタイタープレートの寸法に関してのみ適合 するだけであり、96の異なる試料の同時処理に関して は適合しない。これらの他の実施例において局所的バラ ンスおよび局所的対称性を保存するために注意しなくて はならない。

【0056】 Cとに記載する実施例において、フィルム ヒータを経てブロックに供給できる最大の電力は110 0ワットである。との制限はブロック/ヒータの接続部 の熱伝導性から生ずる。実験において、フィルムヒータ 156への約1100ワットより多い電力供給は装置の 自己破壊をしばしば生じることが発見された。

【0057】ブロック温度を標的のインキュベーション温度またはその付近への加熱または冷却のための電力は、典型的には±50ワットの範囲内である。図11を参照すると、典型的なPCRブロトコルの時間対温度の関係が示されている。ブロック温度の大きい下向きの変化は、冷却された冷却液をランプ冷却チャンネルを通して入力すると同時に図1において温度センサー21により試料ブロックの温度をモニターすることによって達成される。典型的には、この急速な下向きの温度変化は、変性インキュベーション172の温度との間の温度変下時に行われる。典型的には、ユーザは、図の、傾斜温度線

のレグおよびインキュベーションのレグの間の円形の交 差により示したチェックポイントの温度/時間の平面上 の位置をCPU20に対して記述するために、1つの方 法または他の方法において、温度および時間を定めると とによってプロトコルを特定しなくてはならない。図 に、インキュベーションのレグを参照数字170,17 2 および174で、ランプは参照番号176、178お よび180でそれぞれ示している。一般に、インキュベ ーションの間隔は単一の温度において実施されるが、別 の実施態様において、それらは含まれるPCRサイクル の特定の部分を実施するために許容されうる温度範囲内 の異なる温度に段階的、あるいは連続的に変化するよう にすることができる。すなわち、変性インキュベーショ ン170は図11に示すように1つの温度において実施 する必要はないが、変性のために許容されうる温度範囲 内の複数の異なる温度のいずれにおいても実施すること ができる。ある実施例においては、ユーザはランプセグ メント176、178および180の長さを指定すると とができる。他の実施例においては、ユーザは各インキ ュベーション間隔の1または2以上の温度および期間の みを指定することができ、装置は1つのインキュベーシ ョンの完了後他のインキュベーションの開始までの間に 出来るだけ急速に試料ブロックの温度を変化させる。好 ましい実施例において、ユーザは、また、各サイクル毎 に異なるか、あるいはすべてのサイクルについて自動的 に増加する温度および/またはインキュベーション時間 を設定することができる。

【0058】95℃の変性インキュベーションから35℃のハイブリダイゼーションインキュベーションへの転移の間のランプ冷却の平均電力は、典型的には1キロワットより大きい。これは、ブロック温度が操作範囲の高い端にあるとき、ほぼ4~6℃/秒、そしてブロック温度が操作範囲の下限であるとき、ほぼ2℃/秒の試料ブロックの温度変化を生ずる。一般に、ランプ冷却のために出来るだけ高い冷却速度を有することが望ましい。

【0059】ランプ冷却の間に試料ブロックから非常に多くの熱が除去されるので、ランプ冷却チャンネルの1端から他端へ試料ブロックを横切る温度勾配が発生することがある。これを防止しかつこれらの型の温度勾配を最小にするために、ランプ冷却チャンネルは方向的に交錯している。すなわち、図3において、ランプ冷却チャンネル100、102、104および106を通る冷却をの流れの方向は、これらのランプ冷却チャンネルの内側においてxで記号化されたように紙面の中へ向う。交錯するランプ冷却チャンネル101、103、105および107中のランプ冷却液の流れは、これらのランプ冷却チャンネルの孔の中心にある単一点により記号化されたように紙面から外に出る。この交錯+ランプ冷却チャンネルを通る高い流速は、そうでなければ非交錯の流れのパターンまたはより低い流速を使用した場合

に発生することがある温度勾配を最小にする。なぜな ら、チャンネルの熱い端と冷たい端との間の距離がより 短かくなるからである。流速が遅いと熱のほとんどまた は全部が移動の最初の数インチのところでブロックから 奪われることになる。これはブロックの入力側はブロッ クの出力側より低い温度になることを意味する。早い流 速はチャンネルに沿った温度勾配を最小にする。交錯は 1つの方向に走るチャンネルの熱い端が流れが反対方向 となるチャンネルの複数の冷たい端間で「サンドイッ チ」にされることを意味する。これはチャンネルの長さ より短かい距離である。とうして、温度勾配を排除する ために熱が移動しなくてはならない距離が縮少するの で、温度勾配は減少する。これは、ランプチャンネルが ある試料を他の試料と区別して加熱する前に、ランプチ ャンネル中の冷却により生じるいかなる温度勾配をも急 速に解消する。交錯しないと、試料ブロックの1側は他 側よりほぼ1℃熱いであろう。交錯は、ほぼ15秒未満 のいかなる温度勾配をも消滅させる。

【0060】ブロックに添加またはそれから除去される 熱量を推定するために、CPU20は図1の温度センサー21を使用してブロック温度を測定し、そして図1のバス54に連結された図46の温度センサー61により 冷却液の温度を測定する。周囲空気の温度は、また、図1の温度センサー56により測定し、そしてバス52上でフィルムヒータに加えられる電力を制御する電力ラインの電圧は、また、測定する。試料ブロックから周囲、および試料ブロックから冷却液への熱伝導は、システムの制御パラメータをセットするために初期化ブロセス中の測定結果としてCPU20へ知らされる。

【0061】試料集団の温度の均一性を良好にするために、ブロックは、定常温度にして、正味熱の流れを出入りさせない。しかしながら、熱いスポットから、ブロックの境界に関して正味熱の移動がゼロである冷たいスポットへ流れる熱の局所的流れにより生ずる温度勾配が試料ブロック内で起こることがある。例えば、1端で加熱されそして他端で冷却されるスラブ材は、ブロックへ流れる熱流がゼロである場合、定常の平均温度にある。しかしながら、この状態で、相当に不均一な温度、すな熱流により、スラブ内で形成されることがある。ブロックがある。ブロックが高により、スラブ内で形成されるとき、熱いへりからたいへりの加熱および冷却が停止されるとき、熱いへりから冷たいへりへ流れる熱流はこの温度勾配を結果的に消去し、そしてブロックは熱流開始時の熱い温度と冷たい温度との間の平均である均一な温度に達する。

【0062】長さLの断面区域Aのスラブが均一な熱伝 導率Kを有しそして、熱源から入る熱流Q、が熱吸収部 へ出る熱流Q。。、と一致するととにより、スラブが定常 平均温度に保持される場合、熱の流れから生する定常状 態の温度プロフィルは、次の通りである:

 $(1) \mathcal{F} \mathcal{V} \mathsf{T} = (Q_{\mathsf{in}} \cdot \mathsf{L}) / (\mathsf{A} \cdot \mathsf{K})$

ととで、

デルタT=温度勾配、

L=熱通路の長さ、

A=熱通路の面積、

K=熱通路を通る熱伝導率、である。

【0063】一般に、均一な熱伝導性の物質内で、温度 勾配は熱の流れ/単位面積に比例する。とうして、熱の流れと温度のばらつきは緊密にリンクされる。実際には、熱流を出入りさせないで試料ブロックの温度を制御することは不可能である。冷たいバイアス制御による冷却は、ストリップヒータからの多少の熱の流入を必要とし、バイアス冷却チャンネルを流れる冷却液により除去される熱のバランスを保ってブロック温度を安定な値に維持する。とれらの条件下で試料ブロックの温度を均一にする鍵は、熱源と熱吸収部の「局所的バランス」と「局所的対称性」とを静的かつ動的に有し、そして熱いスポットから冷たいスポットへの熱の流れが短い距離でのみ生じるように配置された幾何学配置にある。

のみ生じるように配置された幾何学配置にある。 【0064】簡単に述べると、「静的局所的バランス」 の概念は、全熱入力が全熱出力に等しい定常温度のブロ ックにおいて、明確な局所的領域内で、すべての熱源が 熱吸収部によりブロックを出入りする熱の流れで完全に そのバランスを維持するように熱源および熱吸収部が配 置されていることを意味する。したがって、各局所的領 域は、隔離されると、定常温度に維持されるであろう。 「静的局所的対称」の概念は、局所的領域内で定常温度 について、熱源の質量中心が熱吸収部の質量中心と一致 することを意味する。そうでない場合、各局所的領域内 で、各局所的領域にわたって温度勾配が生じ、これが隣 接する局所的領域の温度勾配に加わり、これにより各局 所的領域内の局所的バランスが保たれていても局所的対 称性の欠如から単一の局所的領域の大きさの2倍の勾配 が試料ブロックに生じる。局所的バランスおよび局所的 対称性の概念は、試料ブロックの温度が、例えば、イン キュベーションのインターバル中に、定常レベルに維持 される静的温度バランスを達成するために重要である。 【0065】試料ブロック内で急速な温度変化が起とっ ている動的場合について、各局所的領域の熱的質量また は熱容量は重要になる。なぜなら、各局所的領域にその 温度を変化するために流入しなくてはならない熱の量は その領域の熱的質量に比例するからである。したがっ て、静的局所的バランスの概念は、局所的領域が熱源お よびヒートシンクとの合計のx%を含む場合には「動的 局所的バランス」が存在するために熱的質量のx%をも 含むことを要件として、動的場合に敷衍できる。同様 に、「動的局所的対称性」は、熱容量の中心が動的熱源 および熱吸収部の熱的質量の中心と一致することを必要 とする。簡単な用語でとれが意味することは、試料ブロ ックの熱的質量がその金属であり、そして各局所的ゾー ン内の金属の合計質量が同一であるように、試料ブロッ

クの機械加工が対称かつそのバランスがとれていることである。さらに、各局所的ゾーンにおける金属の質量中心は動的熱源および熱吸収部の質量中心と一致すべきである。こうして、マルチゾーンヒータ156の質量中心、すなわち、その幾何学的中心、およびバイアスならびにランプ冷却チャンネルの幾何学的中心は一致しなくてはならない。図2~図9の研究から、静的および動的の局所的バランスおよび局所的対称性の両者が試料ブロック12に存在することは、後述の説明から理解されるであろう。

【0066】図12は、本発明の教示に従う試料ブロッ ク12の設計のための並列する2つの局所的領域を示 す。図12において、2つの局所的領域200および2 02の境界は鎖線204,206および208で示され ている。図12は、ガードバンドの中に存在しない各局 所的領域が、次の構成成分から構成されていることを示 す。すなわち、試料ウェルの2つの列:ヒータの合計面 積の1/8倍であるフォイルヒータ156の部分;1つ のランプ冷却チャンネル、例えば、ランプ冷却チャンネ ル210および212;および、1つのバイアス冷却チ ャンネルである。局所的対称性を保持するために、各局 所的領域はそのランプ冷却チャンネル上に中心が存在 し、そして各境界においてバイアス冷却チャンネル上で 1/2を占める。例えば、局所的領域200はランプ冷 却チャンネル210の上に中心を有し、そしてバイアス 冷却チャンネル214および216は、それぞれ、局所 的領域の境界204および206により区切られてい る。こうして、ランプ冷却チャンネルの質量中心(その 中心)は、バイアス冷却チャンネルの質量中心(局所的 領域の中心) および各局所的領域に連結するフィルムヒ ータ部分の質量中心と(水平に)一致する。CPU20 がフィルムヒータ156を駆動して、ランプ冷却チャン ネルおよびバイアス冷却チャンネルにより除去されてい る熱エネルギーの量に等しい熱エネルギーの量を入力す るとき、静的局所的バランスが各局所的領域に保たれ る。96の試料混合物が存在するブロックの中心部分の 各局所的領域が全体の試料ブロックの総熱的質量のほぼ 1/8を含み、ランプ冷却チャンネルの合計数の1/8 を含みかつバイアス冷却チャンネルの合計数の1/8を 含むので、各局所的領域について動的局所的バランスは 保持される。各局所的領域の金属の質量中心が、局所的 領域の下にあるフィルムヒータ部分の中心、ランプ冷却 チャンネルの中心および、2つの1/2長のバイアス冷 却チャンネルの質量中心と水平的に一致するので、動的 局所的対称性は各線形回帰について成立する。

【0067】静的および動的局所的バランスおよび局所的対称性として特徴づけられるこれらの物理学的性質により、試料ブロックは、集団中のすべての試料を、先行技術の熱循環系より更にいっそう均一に加熱および冷却する。図2は、局所的領域の境界の平面図を鎖線217

~225により示す。図2から明らかなように、96の 試料ウェルの中央領域は境界218~224により画さ れた6つの隣接する領域に分割されている。さらに、2 つのガードバンドおよび局所的領域が各へりに付加され ている。最もネガティブのx座標を有するへりの局所的 領域(局所的領域は時にはまた局所的ゾーンと呼ぶ) は、境界線217および218により画されている。最 もポジティブのx座標を有するへりの局所的領域は、境 界線224および225により画されている。各局所的 領域は試料ウェルのカラムを含まないが、ウェルのカラ ムシミュレーションするみぞ78を含む。みぞ78の深 さおよび幅は、ウェルのカラムと同一の金属質量を除去 し、これにより動的局所的対称性を多少保持ように設計 されている。したがって、へりの局所的ゾーンでは試料 ブロックの中央部分における6つの局所的ゾーンと熱的 質量が異なる(この領域は、また、外部の接続部材、例 えば、マニホールドおよび支持ピンにより付加的熱的質 量を有する)。この差は、へりの局所的ゾーンまたはガ ードバンドを前記マルチゾーンヒータの別々に制御可能 なゾーンと共に加熱してブロックの中央ゾーンより多く のエネルギーをガードバンドへ送ることにより是正され る。

【0068】ブロックの各へりにおける局所的領域は、 6つの中央に位置する局所的領域の熱的性質と正確でな いが略近似する。へりの局所的領域は、試料ブロック1 2の周辺の回りのガードバンドを完全にするので、「ガ ードバンドー領域と呼ぶ。このガードバンドの目的は、 試料ブロック12に機械的に固定される支持ピン、マニ ホールド、ドリップカラーおよび他の装置等によってブ ロックへ機械的接続により本来的に埋め込まれる、制御 されない熱吸収部および熱源から96の試料ウェルを含 む試料ブロックの中央部分をある程度熱的に絶縁すると とである。例えば、図2において、試料ブロックのへり の表面228および230へ、ランプ冷却チャンネルお よびバイアス冷却チャンネルを出入りする冷却液を運ぶ プラスチックのマニホールドを取り付ける。へり228 および230に沿ったガードバンドは、へり228およ び230に対して並列かつそれに最も接近するスロット 78の部分で構成する。みぞ78の深さは、みぞの底が バイアス冷却チャンネルおよびランプ冷却チャンネルの 周辺に、それらを実際に交差させないで可能な限り密接 するようにする。この深さに関係するみぞ78の幅は、 図2の点82および232の間のスロット78により除 去される金属の体積が、試料ウェル234で初まり試料 ウェル83で終わる試料ウェルの隣接列により除去され る金属の体積にほぼ等しいようにする。また、試料ウェ ルの周期的バターンがウェルの1つの列またはカラムに より各方向へ延びる場合には、試料ウェルのかゝる付加 列が存在する所へブロックの回りのスロット78を設置 する。

【0069】支持接続部が試料ブロックに形成されてい るへり250および252に沿って、ガードバンドの局 所的領域は、スロット78の一部に加えて、いくつかの 冷却チャンネルの全長を含む。図3を参照すると、上記 ガードバンドの局所的領域は次のものを含む:隣接する 局所的領域の隣接する1/2のバイアス冷却チャンネル と共に全長のバイアス冷却チャンネルを形成するバイア ス冷却チャンネルの1/2 (例えば、92);ランプ冷 却チャンネル (例えば、100);および全長のバイア ス冷却チャンネル(例えば、91)。へり250のへり の局所的領域にとして、これらの冷却チャンネルは10 7. 198 および99 で示されている。ガードバンドに おける全長のバイアス冷却チャンネルは、ブロックのへ りから内方にわずかに変位している。これらの全長のバ イアス冷却チャンネルを使用する理由は、「半分の」冷 却チャンネルの構成が実際的ではないことである。バイ アス冷却チャンネルはこのような厚い壁をもつゴムのラ イニングを必要とするので、「半分の」バイアス冷却チ ャンネルのライニングを通る孔を信頼性をもって開放し ておくことは困難であろう。へりの局所的領域における この非対称性はへりのガードバンドの局所的領域から冷 却液へ熱の小さい過剰損失を引き起こすが、それは試料 ウェルを含む試料ブロックの中央領域から十分に離れて いるので、試料温度の不均一性への寄与は小さい。ま た、この小さい非対称性の温度の影響を予測できるの で、この作用は各ガードバンドの下でマルチゾーンヒー タシステムの分離制御可能ゾーンを使用することによっ てさらに最小にすることができる。

【0070】図13を参照すると、図9のフィルムヒー タ層156内で別々に制御される3つのゾーンが存在す る。とれらの別々に制御されるゾーンは、支持ブラケッ ト148に連結される試料ブロック12の露出したへり でガードバンドの下に位置する、へりのヒータのゾーン を含む。ことには、また、冷却液のマニホールドに取り 付けられるへり228および230のためにガードバン ドの下に位置する、別々に制御されるマニホールドのヒ ータゾーンが存在する。最後に、試料ウェルの下には中 央ヒータゾーンが存在する。これらのゾーンの各々に加 えられる電力は、CPU20および制御ソフトウェアに より別々に制御される。フィルムヒータ156は、金属 合金、例えば、インコネル(登録商標)の薄い板をエッ チングすることによって形成された、導電体のパターン から構成される。選択される金属合金は、高い電気抵抗 および良好な耐熱性を有すべきである。そのようにエッ チングされた導電体のバターンは、電気絶縁性ポリマー 材料、例えば、カプトン(登録商標)の薄いシート間に 結合される。電気抵抗加熱要素を絶縁するためにいかな る材料が使用されても、この材料は高温に対する抵抗、 高い静電強さおよび良好な機械的安定性をもつものでな ければならない。

【0071】フィルムヒータの中央ゾーン254は、ガ ードバンドの内側の試料ブロックの中央部分とほぼ同一 の寸法を有する。中央部分254は均一な電力密度を試 料ウェル区域に供給する。へりヒータ領域256および 258は、へりガードバンドとほぼ同一の幅を有する が、それほど長くない。マニホールドのヒータ領域26 0および262は、図2のへり228および230につ いてのガードバンドの下に横たわる。マニホールドのヒ ータゾーン260および262は、電気的に一緒に接続 して、1つの別々に制御可能なヒータゾーンを形成す る。また、へりヒータ区画256および258は電気的 に一緒に連結して、第2の別々に制御可能なヒータゾー ンを形成する。第3の別々に制御可能なヒータゾーンは 中央区画254である。とれらの3つの別々に制御可能 なヒータゾーンの各々は別の電気リード線を有し、そし て各ゾーンは別のマイクロプロセッサまたは好ましい実 施態様において実施されるような共有のCPU20で実 行することができる、別の制御アルゴリズムにより制御

【0072】支持ブラケットへの熱損失を補償するため にへりヒータゾーン256および258を駆動させる。 との熱損失は、試料ブロック12とそれを取り囲む周囲 空気との間の温度差に比例する。へりヒータゾーン25 6および258は、また、試料ブロックからブロックの 各へりにおける完全なバイアス冷却チャンネルへの過剰 の熱損失を補償する。この熱損失は、試料ブロック12 とこれらのバイアス冷却チャンネルを通して流れる冷却 液との間の温度差に比例する。マニホールドのヒータ区 画260および262は、また、試料ブロック12のへ りに取り付けられた、図13のプラスチックの冷却液マ ニホールド266および268への熱損失を補償するた めに駆動する。マニホールドのヒータ区画260および 262のための電力は、試料ブロックと冷却液との間の 温度差に主として比例し、かつ試料ブロックと周囲空気 との間の温度差に若干比例する熱損失を補償する。

【0073】実際的理由で、中央のヒータ区画254の上に横たわる試料ウェルを包む局所的領域の熱的質量と、ガードバンドの局所的領域の熱的質量と合致させることは不可能である。例えば、ブラスチックの冷却被マニホールド266および268はガードバンドから離れる方向に熱を伝えるばかりでなく、ある量の熱的質量をそれらが取り付けられたガードバンドの局所的領域にも加える。その結果、急速なブロックの温度変化の間に、ガードバンドの温度の上下速度は試料ウェルの局所的領域のそれに正確に合致しない。これはガードバンドと試料ウェルとの間の動的温度勾配を発生させ、これが大きくなると、許容できないほど長時間持続することになる。この温度勾配の作用は、ブロック温度の変化速度におおよそ比例し、そしてブロック温度の変化速度におおよそ比例し、そしてブロック温度の変化速度におおよそ比例し、アンドの局所的ゾーンから熱を付加する速度で各ガードバンドの局所的ゾーンから熱を付加

または除去することによって最小にされる。

【0074】ガードバンドのゾーンヒータの比例係数は、その装置の設計の比較的安定な性質であり、プロトタイプについての工学的測定値により決定される。比例係数についての値は、方程式(3)~(5)の項の定義と関係して下に記載する。これらの方程式は、別の実施態様における、それぞれ、マニホールドヒータゾーン、ヒータゾーンのへりおよび中央ゾーンに加えられる電力の量を決定する。好ましい実施態様において使用する方程式は、ソフトウェア(方程式(46)~(48)、区域ごとに分配される電力)の説明において下に記載する

(3) $P_n = A_n P + K_{M1} (T_{BLK} - T_{AMB}) + K_{M2} (T_{BLK} - T_{COOL}) + K_{M3} (dt_{BLK} / dt)$ CCC

P。 = マニホールドヒータゾーン260および262に供給された電力、

A。=マニホールドヒータゾーンの領域

P=ブロック温度をPCR熱サイクルのプロトコルにおいて任意の特定の時間で所望の温度に停止させるか、あるいは移動させるために必要な電力、

K_{M1} = 0 ワット/* Kに等しい、マニホールドを通る周囲への過剰の熱損失を補償するために実験的に決定した 比例定数、

K_{**} = 0. 4ワット/* Kに等しい、冷却液への過剰の 熱損失を補償するために実験的に決定した比例定数、

K_n,=66.6ワット-秒/ Kに等しい、プラスチックのマニホールドなどにより引き起こされるマニホールドのへりのガードバンドの追加の熱的質量を補償するための余分の電力を提供する実験的に決定した比例定数、

Tық =試料ブロック12の温度、

T*** = 周囲空気の温度、

T。。。」= 冷却液の温度、

 $d t_{\text{BLK}} \slash \slash$

P。=へりヒータゾーンに加えるべき電力、

A。=へりヒータゾーンの領域、

K₁ = 0.5 ワット/ Kに等しい、マニホールドを通る周囲への過剰の熱損失を補償するために実験的に決定した比例定数、

 $K_{\epsilon_1}=0.15$ ワット/。 Kに等しい、冷却液への過剰の熱損失を補償するために実験的に決定した比例定数、 $K_{\epsilon_1}=15.4$ ワットー秒/。 Kに等しい、支持ビンおよびブラケット、温度センサーなどへの試料ブロック12の取り付けにより引き起こされる露出されたガードバンドの追加の熱的質量を補償するための余分の電力を提供する実験的に決定した比例定数、

 $(5) P_c = A_c P$

ととで、

P_c =マルチゾーンヒータの中央ゾーン254に加える べき電力

Ac = 中央ゾーン254の領域。

【0075】方程式(3)~(5)の各々において、電力Pは変数であり、これは図1においてCPU20により実行される制御アルゴリズムの部分により計算され、この部分はユーザが定めた設定点を読みそして、次に、ユーザが記憶装置に記憶させた時間および温度の設定点により定められるPCR温度のプロトコルを実行するために試料ブロック温度を適切な温度で維持するか、あるいはそれに合致させるために何を実施するかを決定する。設定点を読みそして電力密度を計算する方法は、下に詳細に記載する。

【0076】図1のCPU20により実行される制御アルゴリズムは、図1 および図9の温度センサー21 および図1のバス52を経て、試料ブロックの温度を感知する。この温度を変化させて、試料ブロック12の温度変化速度を誘導する。次いで、CPUは図1の温度センサー56を経て周囲空気の温度を測定し、そして図46に示す冷却液制御システム24中の温度センサー61を経て冷却液の温度を測定する。次いで、CPU20は実行されているPCRプロトコルの特定のセグメントに相当する電力ファクターを算定し、かつ方程式(3)

(4) および(5) に従い、測定した温度、比例定数 (これらは持久記憶装置に保存される)、制御プログラムと種々のヒータゾーンの区域との特定相互作用についての電力ファクターP(これらは持久記憶装置に保存される)をすべて代入して3つの計算をする。電力ファクターは、ブロック温度をその電流レベルから、設定点を経てユーザが特定した温度レベルに動かすために必要な合計電力である。加熱および冷却を制御するためにCPUが実行する計算についての詳細は、制御ソフトウェア「PIDタスク」の説明において下に記載する。

【0077】ヒータ156の3つのゾーンの各に加える ために必要とされる電力を計算した後、いくつかの実施 態様において各ゾーンへ加えるべき入力電力の各ハーフ サイクルの比率に関する、他の計算を行う。下に記載す る好ましい実施態様において、計算のモードは、200 ミリ秒の試料期間の間に生じるハーフサイクルの合計数 のうちのどれだけのハーフサイクルを各ゾーンに加える べきかである。このプロセスは、図47Aおよび図47 B(以下、図47と言う)、および制御ソフトウェアの 「PIDタスク」の説明に関して下に記載する。図10 に示す別の実施態様において、コンピュータは各ゾーン について図10における分割線166の位置を計算す る。との計算を実行した後、適当な制御信号を発生し て、マルチゾーンヒータ156に電力を供給し、適当に スイッチを転換させて、計算量の電力を各ゾーンに加え るようにする。

【0078】他の実施態様において、全体の試料ブロッ クに均一な電力密度を供給する単一のフィルムヒータ、 およびガードバンドについて個々に単一のゾーンをもつ 1または2つのフィルムヒータを付加的に使用して、マ ルチゾーンヒータを実行させることができる。これらの 追加のヒータは、全体の試料ブロックをカバーする単一 のフィルムヒータの上に重ねる。このような実施態様に おいて、ガードバンドの損失の構成に必要な電力のみを 追加のヒータゾーンに加える。方程式(3)~(5)に おける電力ファクターPは、ユーザが特定した設定点お よびランプ時間に基づくPCR温度プロトコル上の種々 の点についてCPU20により計算される。しかしなが ら、前述のゾーンヒータの最大の電力供給能力に基づく 制限がある。方程式(3)~(5)中の比例定数は、良 好な温度の均一性のためのガードバンドにおける過剰の 熱損失を適切に補償するために、適切にセットされなけ ればならない。

【0079】図17は、試料ブロックの温度を実質的に 低い温度からほぼ9 4 Cの変性インキュベーションの標 的温度に向けて上昇させるために、ブロック温度の段階 的変化に応答して複数の異なる試料について計算した試 料温度の間の差を表すグラフを示す。図17は、マルチ ゾーンヒータ156が方程式(3)~(5)の項で定義 された前述の比例定数を使用して適切に管理されたとき の計算された試料液体温度を示す。図17のグラフを誘 導するために使用した種々のウェルは、単一の文字およ び数の組み合わせにより示されている。図2を表す8× 12のウェル列は、文字を付したカラムおよび番号を付 した列によりコード化される。とうして、例えば、試料 ウェル90はまた試料ウェルA12と表示され、試料ウ ェル89はまた試料ウェルB12と表示される。同様 に、試料ウェル68は試料ウェルD6などと表示され る。ととに記載された全熱的設計は温度勾配を除去する ことから、ウェル温度は互いのほぼ0.5℃範囲内の温 度に漸近的に落着くことが理解されるであろう。

【0080】上記説明は試料ブロックの温度がどのようにして均一に制御され、そして急激に変化せしめられるかを示したものである。しかしながら、PCRプロセスにおいて、プログラミングすべきであるのは試料反応混合物の温度であって、試料ブロックの温度ではない。本発明の教示に従う好ましい実施態様において、ユーザは試料液体それ自体についての一連の標的温度を特定し、そしてPCRプロセスにおける各段階におけるこれらの標的温度の各々における試料液体のためのインキュベーション(定温放置)時間を管理して試料の反応混合物を特定された標的温度にし、そして試料混合物をそれらの標的温度に特定したインキュベーション時間の間保持する。CPU20により実行されるユーザのインタフェースのコードは、このプロセスのすべての段階において、

端末16のディスプレー上に現在の計算した試料液体の 温度を表示する。 【0081】反応混合物の実際の温度の測定は温度測定

プローブをその中に挿入することを必要とするので、実 際の測定した試料温度を表示するのは困難である。プロ ーブの熱量はそれを配置したウェルの温度をかなり変え ることがある。なぜなら、あらゆるウェル中の試料の反 応混合物の体積は多くの場合に 100 µ 1 ほどであるか らである。とうして、反応混合物の中への温度プローブ の単なる挿入は、反応混合物と付近の混合物との間に温 度勾配を生じさせる。温度センサーの余分な熱量はそれ を浸漬した反応混合物の温度を、他のウェル中の小さい 熱量を有する反応混合物の温度から、低下させるので、 温度を測定しようと試みるだけで大きな誤差が生じる。 【0082】したがって、ことに説明する装置は、既知 の因子、例えば、ブロック温度の履歴およびシステムの 熱的時間の定数から試料温度を計算し、そしてディスプ レー上に試料温度を表示する。ととで説明する装置で は、試料管を試料ウェルの中に少なくとも最小の限界力 Fで下に押圧すると、好ましい実施態様において使用し た試料管の大きさおよび形状およびほぼ100μ1の試 料体積について、試料の反応混合物内で熱の対流が起と り、そしてこの装置は単一の時定数の直線のシステムの ように熱的に作用することが、実験的に発見された。実 験によれば、すぐれたウェル壁対流体の熱伝導性を得る ためにウェル毎に各試料管をほぼ50gの力で押し下げ なくてはならないことが分った。後述の加熱された定盤 は各試料管を約100gの力で押し下げるように設計さ れたものである。図15に力ベクトルドで示されたこの 最小の力は、種々の試料間や試料ブロック内の種々の試 料ウェルにわずかな外形寸法の差がある無しにかかわら ず、各試料管が均一な熱伝導性を保証されるようにすべ ての試料管がきちんと同一面上で嵌まるように十分な力 で押し下げされることを確保するために必要である。対 応する試料ウェルに対してゆるく嵌合される試料管およ びきつく嵌合される試料管を有する設計は、熱伝導性が 不均一であるために、すべての試料管について厳密な温 度制御を達成するととができないであろう。不十分なレ ベルの力Fは、試料ブロックの温度のステップ状変化に 対する試料液体の温度の応答が図14に286で示すよ うなものになる結果となる。適切なレベルの力Fは28 2に示す温度の応答を生ずるようになる。

【0083】本発明の教示に従い構成された装置により達成される結果は、各試料混合物の温度が新しい温度へ転移する間に、あたかも試料が物理的によく混合されるように試料混合が挙動することである。事実、各試料混合物の中に引き起こされた対流のために、各試料管中の試料の反応混合物はよく混合される。驚くべき結果は、全体のシステムの熱的挙動が、ブロック温度と試料温度との間の差の減衰の半減期の約1.44倍である9秒の

単一の時定数をもつ電気R C回路に似るということである。50mlの試料を充填したジェネアンプ(登録商標)の試料管は、約23秒の時定数を有する。換言すると、試料ブロックの温度の上向きの変化の間、反応混合物の温度は、図16(D)に示すような電源Vの電圧出力のステップ状変化に応答する、直列のR C電気回路中のコンデンサCの電圧の上昇に似たように作用する。

【0084】これらの概念を説明するために、ブロック 温度のステップ状変化に対する試料液体の異なる応答を 示す図14 および試料ウェル/試料管の組み合わせを通 る断面を示す図15を参照する。実験において、試料液 体276の体積がほぼ100μ1であり、そしてメニス カス278が試料ブロック12の上部表面280より下 に位置するような寸法を試料管がもち、そして試料管を 試料ウェルの中に押し下げる力Fが少なくとも30gで あるとき、図15に示す装置の熱的時定数で(タウ) は、試料管の円錐形区画における試料管壁厚が0.00 9 インチ (0.23 mm) (寸法A) の場合にほぼ9秒で あることが分った。また、実験において、上記条件につ いて、熱的時定数では試料管の円錐形区画の壁厚がの 0.001インチ変る毎に約1秒変化することが分っ た。ここで述べる壁の薄い試料管は、20から100μ 1の試料を収容するもので約5から14秒の熱的時定数 を有することがわかっている。試料管の壁が大きいほ ど、時定数は大きくなり、試料ブロックの温度の変化と 試料液体温度の変化との間の遅れが大きくなることが分 った。

【0085】数学的に、試料ブロックの温度変化に対する試料液体温度の熱的応答の関係は次の式で表わされる。

(6) $T_{\text{sumple}} = \Delta T (1 - e^{-t/\tau})$ CCT

T,,,,,, = 試料液体の温度、

△T=試料ブロック12の温度と試料液体の温度との間の温度差。

t=経過時間、

τ=装置の熱的時定数、または試料ウェルの壁から試料 液体への熱伝導性で割った試料の熱容量。

【0086】図14において、曲線282は、試料管を押し下げる力Fが十分に高いとき、試料ブロック温度の理論的ステップ状変化に対する指数関数的な温度の応答を表す。試料ブロックの温度のステップ状変化は関数284として示されており、時間T,において開始する温度の急速な上昇が存在する。留意すべきは試料液体の温度はステップ状変化に応答して指数関数的に増加し、そして最終の試料ブロック温度に慚近的に近付く様子である。簡単に前述したように、曲線286は、図15における下向きの配置力Fが試料管の円錐形区画と試料ウェルの壁290との間のきちんとした同一面上の配置をもたらすのに不十分であるときの、熱的応答を表す。一般

に、力Fが30gより小さい場合、曲線286の熱的応答は生ずるであろう。図15は明瞭のために試料管の円錐形区画と試料ウェルの壁との間に空気の小さい層があるように示されているが、正確にはその反対とするのが望ましい。というのは、空気はすぐれた断熱材であり、そして装置の熱的時定数を実質的に増加するであろうからである。

【0087】熱的時定数では直列のRC回路におけるR C時定数に類似し、ことでRは試料ウェルの壁と試料液 体との間の熱的抵抗に相当し、そしてCは試料液体の熱 容量に相当する。熱的抵抗は、単位ワット。秒/ Kで 表される熱伝導性の逆数である。図15において試料液 体の中に示す対流の流れ292のために、反応混合物中 のすべての場所で、試料液体はほとんど同一温度に近く なり、そして試料ブロックと試料との間の熱の流れは試 料ブロックと試料の反応混合物との間の温度差に非常に 密接に比例する。比例定数は、試料ブロック12中の試 料ウェルの壁と反応混合物との間の熱伝導性である。異 なる試料体積または異なる試料管、すなわち、異なる壁 厚または材料について、熱的時定数は異なる。とのよう な場合において、ユーザはPCRプロトコルの仕様の一 部分として、試料の体積または試料管のタイプを入力す ることができ、すると、装置は試料温度の計算に使用す るために正しい熱的時定数を自動的に求めるであろう。 ある実施態様において、ユーザは実際の時定数を入れる ととができ、そして装置は試料温度の温度の計算にそれ を使用するであろう。

【0088】熱的時定数を出来るだけ小さく保持するた めに、試料管の円錐形壁は出来るだけ薄くあるべきであ る。好ましい実施態様において、これらの円錐形壁は 0.009インチ(0.23mm)の厚さであるが、試料 管の円筒形部分の壁は0.030(0.76mm)の厚さ である。試料管の円錐形の形状は、試料混合物の体積に 関して、試料ウェルの壁の金属との接触表面積を比較的 大きくする。試料管の成形は、4つの試料管が各射出で 成形されるような、「常温ランナー」システムおよび4 つのキャビティを使用して実施される。溶融プラスチッ クは試料管の円錐形区画の先端部に位置する部分から射 出され、残余のブラスチックが試料管の先端と試料ウェ ルの先端との間のキャビティ291の中に突出するよう にする。これは残余のプラスチックが試料管とウェルと の間の同一面配置を妨たげるのを防止する。残余プラス チックの大きさは0.030インチ(0.76mm)を最 大とする。

【0089】種々の実施態様において、各々が異なる利点をもつ3つの異なる等級のポリプロピレンを使用できる。好ましいポリプロピレンはヒモント(Himont)からのPD701である。なぜなら、それはオートクレーブ処理可能であるからである。しかしながら、とのプラスチックは低いメルトインデックスをもつので、

成形が困難である。とのプラスチックは35のメルトイ ンデックスおよび9の分子密度を有する。PD701は ばりを残す傾向があり、そして多少斑点がある品質の部 分をつくるが、現在実施されているように円錐形区画の 先端における代わりに、成形物の厚い壁の部分に射出成 形した場合、よりよく働く。一般に、成形容易のために 髙いメルトインデックスを有するが、すぐれた強さを維 持しかつ260°Kにおけるオートクレーブ処理の熱応 力の下でひび割れまたは割れを防止するために、また、 高い分子密度を有することが望ましい。他のプラスチッ ク、アメリカン・ヘスヒト (American Hoescht) からの PPW1780は、75のメルトインデックスおよび9 の分子密度を有し、そしてオートクレーブ処理可能であ る。ある実施態様において使用できる他のブラスチック はヒモント(Himont) 444である。このプラス チックはオートクレーブ処理可能ではなく、そして他の 方法で滅菌することが必要である。

【0090】他の実施態様において、試料管は、溶融プ ラスチックの温度が型のちょうどゲートまで制御される 「ホットランナー」または「ホットノズル」システムを 使用して成形できる。また、ある実施態様において、多 数のゲートを使用できる。しかしながら、これらの技術 のいずれも、充填の時間において、現在使用する「常温 ランナー」システムよりすぐれるとは言えないことが実 験的に証明された。本発明の装置が単一の時定数のRC 回路のように熱的に作用するという事実は重要なことで ある。なぜなら、試料プロックから試料の反応混合物へ の熱伝導性が既知でありかつ均一であるとすると、上記 事実は試料混合物の熱的応答が既知でありかつ均一であ ることを意味するからである。試料の反応混合物の熱容 量は既知でありかつ一定であるので、試料の反応混合物 の温度は試料ブロック温度の経時的に測定した履歴のみ を使用して正確に計算することができる。これは試料温 度を測定する必要性を排除し、とれにより無視できない 熱量をもつプローブを試料ウェルの中に入れて試料温度 を直接測定し、これによりプローブを挿入したウェル中 の試料の熱量を変化させる誤差および困難を排除する。

【0091】この計算を行うアルゴリズムは、単一の時定数の直列のRC電気回路にちなんで装置の熱的挙動をモデル化したものである。このモデルは、液体試料の熱容量と試料ブロックから試料の反応混合物の熱容量は、低い比熱×液体の質量に等しい。熱的抵抗は1/試料ブロックから試料管壁を通る液体反応混合物への熱伝導性に等しい。熱容量/熱伝導性の比は一致した単位で表すとき、それは時間の次元を有する。試料の体積および試料の組成が一定であってすべての試料ウェルにおいて同一であり、および熱伝導性が一定であると、上記比はすべての試料ウェルについても一定であり、そして装置の熱的時定数と呼ばれる。それは、ブロック温度の急激なステッ

プ状の変化後、試料温度がブロック温度の36.8%以内に来るために要する時間である。

【0092】装置のインパルス応答が知られている場 合、フィルターまたは他の直線システムの出力応答を計 算することができるという、電子回路の分析において使 用される数学的理論が存在する。このインパルス応答 は、また、伝達関数として知られている。直列RC回路 の場合において、インパルス応答は図16(A)に示す ように指数関数である。図16(A)の応答を生ずるイ ンパルスの刺激は図16(B)に示されている通りであ る。との数学的理論では、とのような直線のシステムの 出力応答は入力信号のたたみ込みおよび重み関数を計算 することによって決定することができるとされており、 ここで重み関数は時間を逆転したシステムのインパルス 応答である。たたみ込みは別名連続加重平均として知ら れている。ただし、たたみ込みは無限に小さい階段状の 大きさをもつ微分積分学における概念であるが、連続加 重平均は離散的な階段状の大きさ、すなわち、多数の試 料を有する。図16(D)に示す直列RC回路のインパ ルス応答は次のようなものである。すなわち、電圧発生 器Vの電圧が図16(B)に示すような電圧のスパイク で急激に上下するとき、コンデンサーCの電圧は図16 (A) においてピーク294に急激に上昇し、このピー クは図16(B)に示すインパルスのピーク電圧に等し く、次いで指数関数的に減衰して定常状態の電圧V, に 戻る。生ずる重み関数は、図16(C)において385 で示されるように、図16(A)のインパルス応答の時 間を逆転したものである。

【0093】図16(C)には、試料ブロック12の凡そのステップ状の温度変化を示す典型的な温度履歴を示す仮定の曲線387が示されている。また、図16

(C)には、5つのサンブリング時間T、~T、が示されている。本発明の教示に従い、試料温度は、これらの時間T、~T、の各々における温度とその特定の時間における重み関数の値を掛け、次いですべてのそれらの積を合計し、そして5で割ることによって、計算される。熱的システムが単一の時定数の直線回路のように作用するという事実は、この複雑な熱的システムについての熱伝達の考慮の複雑さに見て、驚くべき結果である。

【0094】1つの実施態様において、試料温度の計算は、ブロック温度センサーおよび試料液体への異なる熱的通路長さにより引き起こされる輸送遅れを説明する短い遅延により調節される。計算した試料温度は、図1に示す端末16上のユーザの情報のために表示される。図17は、96ウェルの試料ブロックの中に散在する6つの異なるウェルについて、ハイブリダイゼーション/伸長温度範囲における比較的低い温度から変性のためのほぼ96℃の比較的高い温度への試料ブロック温度のステップ状変化の際の温度応答の結果を示している。図17のグラフは、システムが図16(D)に示す直列RC回

路に完全に類似する場合には試料温度が予測された指数 関数的な上昇と一致することを示しており、そしてまた、ここでこの研究において使用した6つの試料ウェルが互いに非常に密接した漸近的な温度で且つ変性温度の 許容範囲である0.5°Cの範囲内の温度に設定された場合においてきわめてすぐれた温度応答の均一性が存在することを示している。

【0095】1つの実施態様においては10個の最も最 近のブロック温度の試料が連続加重平均について使用さ れたが、他の実施態様においては異なる数の温度履歴試 料を使用することができる。理論的に予測された結果と のすぐれた一致は、熱的対流の流れが試料液体をよく混 合し、これによりこのシステムを直線的特徴で作用させ るという事実から由来する。96ウェルの試料ブロック の中に散在する種々のウェルの試料温度間の均一性は、 試料ブロック構造における動力学的および静力学的局所 的バランスおよび局所的対称性ならびにここに詳細に記 載する他の熱的設計因子から生ずる。しかしながら、ユ ーザが各試料ウェルに同一質量の試料液体を注意深く入 れる場合にのみ、急速な温度変化の間にすべての試料ウ ェルは互いに0.5℃以内の温度を有するであろうこと に注意すべきである。異なるウェルにおいて質量が等し くないとき、条件の変化のない定常状態では温度の不均 一さはなく、温度の変動は急速な変化の間においてのみ 生じる。各ウェル中の試料液体の質量は、各試料の熱容 量の決定において主要な因子であり、したがって、その 特定の試料ウェルについて熱的時定数についても主要な 因子である。

【0096】留意すべきは、すべての試料ウェル中の試料液体を同時的に上の温度又は下の温度に周期的に変化させ、そして標的温度に対して互いに非常に接近した、すなわち、わずかに0.5℃の幅である許容範囲内の温度で安定化させる能力は、図15にむける力下に依存することである。この力下は、同様な質量の試料液体を充填したすべての試料ウェルの熱的時定数が同一の熱的時定数を有する前に、最小の限界値を越えるものでなくてはならない。最小の限界値は、ここに記載する試料管および試料ウェルの形状について30gであることが実験的に決定された。より高いレベルの精度について、図15にむける最小の限界の力下は、前述したように安全性の追加の限界について少なくとも50g、好ましくは少なくとも100gであることが確立された。

【0097】試料ウェルの温度の熱的均一性の重要性は、図18を参照すると理解することができる。この図面は、DNAのある種のセグメントの増幅の1つの例についての、PCRサイクルにおいて発生したDNAの量と変性間隔の間の実際の試料温度との間の関係を示す。93℃および95℃の温度の間の関数298の傾斜は、この特定のDNAのセグメントおよびブライマーについてほぼ8%/℃である。図18は増幅により発生したD

NAの量に関係する曲線の一般の形状を示すが、この曲 線の形状の詳細はブライマーおよびDNA標的の各異な る場合とともに変化する。97℃以上の変性のための温 度は一般に熱すぎ、そして増加する変性温度が上昇する と増幅が減少する結果になる。95℃および97℃の間 の温度は一般にちょうど正しい。図18が例示するよう に、ほぼ93°Cの変性温度で安定化するこの特定のDN A標的およびプライマーの組み合わせを含有する試料ウ ェルは、94℃で変性したウェルより8%少ない典型的 なPCRプロトコルの過程で発生したDNAを有するよ うに思われる。同様に、95℃の変性温度で安定化する この混合物の試料液体は、94℃の変性温度で安定化す る試料ウェル中で発生したより8%多いその中で発生し たDNAを有するように思われる。この性質のすべての 曲線は同一の一般形状を有するので、試料温度の均一性 を有することは重要である。

【0098】前述したようにして計算した試料温度は、 ヒータおよびランプ冷却チャンネルを通る流れを制御 し、そして種々の標的温度に試料が保持されるべき間の 長さを決定する制御アルゴリズムにより使用される。制 御アルゴリズムは、これらの時間を使用して、ユーザが 入れた各インキュベーション期間についての所望の時間 と比較する。時間が合致するとき、制御アルゴリズムは 次のインキュベーションについてユーザが定めた標的温 度に向かって試料ブロックを加熱または冷却するために 適当な処置を取る。計算した試料温度は設定点、すなわ ち、ユーザがプログラミングしたインキュベーション温 度の1℃内であるとき、制御プログラムはタイマを始動 させる。このタイマはある数をカウントダウンするよう に設定され、この数は実施されるインキュベーションの ためにユーザによって特定された時間間隔をタイムアウ トするように設定される。計算した試料温度が1°C内に あるとき、タイマは始動してプリセットしたカウントか らカウントダウンする。タイマがゼロカウントに到達す るとき、信号は活性化され、これによりCPUはPCR プロトコルの次のセグメントを実行する作用をする。本 発明を実施するために特定の間隔の時間を定める測定す るあらゆる方法を採用できる。

【0099】典型的には、許容範囲は特定の標的温度±0.5℃の範囲である。いったん標的温度に到達すると、コンピュータはバイアス冷却チャンネルおよびフィルムヒータを使用して試料ブロックを標的温度に保持し、こうしてすべての試料は特定した時間間隔だけ標的温度の近くに維持される。ここに記載する作用の優れた熱的システムについては、試料ブロックから各試料への熱伝導性は既知であり、そして非常に密接な許容範囲内で均一である。そうでなければ、タイマが始動するとき、すべての試料は標的温度の特定した許容範囲内にあるわけではなく、そしてすべての試料が標的温度において同一のインキュベーション間隔を経験するわけではな

い。また、この熱的システムがよく働くためには、すべての試料管は周囲環境における変動から隔離しなくてはならない。すなわち、ある試料管をドラフトにより冷却し、一方物理的に異なる位置における他の試料管が同一冷却作用を経験しないようにすることは望ましくない。すぐれた均一性について、すべての試料の温度を試料ブロックの温度によってのみ決定することは高度に望ましい。

【0100】周囲からの管の隔離、および試料管を押し 下げる最小の限界の力Fを加えることは、試料管および 試料ブロックの上の加熱されたカバーにより達成され る。試料液体は、温度制御された金属ブロックの中に緊 密に押圧保持された試料管の中にあり、この試料管が緊 密にキャップをされ、その中のメニスカスが温度制御さ れた金属ブロックの表面よりかなり下にある場合でさ え、試料はなお対流により上方に熱を失う。有意には、 試料が非常に熱い(変性温度が典型的には試料液体の沸 点付近にある)とき、試料液体は水蒸気の還流によりか なりの量の熱を失う。このプロセスにおいて、水は熱い 試料液体の表面から蒸発し、そしてキャップの内壁およ び試料ブロックの上部表面より上の試料管のより冷たい 上部の上に凝縮する。比較的大きい体積の試料が存在す る場合、凝縮は続き、そして凝縮物は蓄積しそして試料 管の壁を下に流れて反応混合物の中に入る。との「還 流」プロセスは還流される水の1g当たり約2300ジ ュールの熱を運ぶ。このプロセスは100μ1の反応混 合物の表面温度を数度低下させ、これにより反応の効率 を大きく減少する。

【0101】反応混合物が少ない、例えば、20μ1で ありそして試料管が試料ブロックの上部表面より上で比 較的大きい表面積を有する場合、反応混合物中の水のか なりの部分は蒸発することができる。次いで、この水は 試料管の上の部分の内側で凝縮し、そしてサイクルの高 い温度の部分の残の時間の間に、表面張力によりそこに 止まることができる。これは残りの反応混合物をそのよ うに濃縮することができるので、反応は障害されるか、 あるいは完全に失敗する。先行技術のPCR熱的サイク ルにおいては、この還流の問題は反応混合物の上に油ま たは溶融した蝋の層を配置することによって処理されて いた。この油または蝋の不混和性層は水性反応混合物上 に浮き、そして急速な蒸発を防止した。しかしながら、 油の添加に労力を要し、これは処理のコストを上昇させ る。さらに、油の存在はその後の処理および分析の工程 を妨害し、そして試料の汚染の可能性をつくった。事 実、工業用等級の鉱油は、過去において、未知の油中の 汚染因子により試料を汚染していたが、そのような汚染 因子はユーザには未知であった。

【0102】本発明によれば、油の上層添加の必要性は 排除され、そして熱損失および蒸発による反応混合物の 濃縮および還流により引き起とされる予測されない熱的 作用の問題は、加熱カバーにより、試料ブロックの上方の試料管の上の部分が突出する空間部を取り囲み、そしてとの空間部を上から加熱することによって回避される。この加熱カバーをことでは定盤と呼ぶこともある。図19を参照すると、試料管を取り囲みそしてそれに下向きの力を加えて、図15において最小の限界力下を供給する、構造体の断面図が示されている。加熱されたに超14はリードスクリュー312に連結されていて、矢印314で示す軸に沿ってリードスクリュー312の回転で上下に動くようになっている。リードスクリュー312はすべりカバー316中の開口を通してねじ込められ、そしてノブ318により回転される。定盤314はコンピュータ20により制御される抵抗ヒータ(図示せず)により水の沸点以上の温度に加熱される。

【0103】すべりカバー316はレール320および322上をY軸に沿って前後にすべる。すべりカバー316は垂直側317および319を含み、そして、試料ブロック12および試料管を囲むX-Z平面(図示せず)に対して平行な垂直側を含む。この構造は試料管(試料管324および326が典型的に示されている)にドラフトが作用するのを実質的に防止する。

【0104】図20は、すべりカバー316が後退位置 にあって試料ブロックへのアクセスを可能とする、すべ りカバー316および試料ブロック12の斜視図であ る。すべりカバー316は長方形の箱の蓋に類似し、と とで垂直壁328は除去されてすべりカバー316を試 料ブロック12の上にすべらせる部分330を有する。 すべりカバーは、図20においてY軸に沿って、そのカ バーが試料ブロック12の上の中央にくるまで動く。次 いで、ユーザはノブ318をある方向に回して、ノブ3 18上のマーク332が飾り板336上のマーク334 と一直線上になるまで、加熱された定盤14を下げる。 ある実施態様において、飾り板336はすべりカバー3 16の上部表面に永久的に添付することができ、こうし て異なる大きさの試料を使用するとき、インデックスマ ーク334は異なる位置に配置することができる。換言 すると、より高い試料管を使用する場合、加熱された定 盤14は図15における最小の限界力Fを加えるほど多 く下げる必要はない。使用において、ユーザはスクリュ -318をねじって、インデックスマークが一直線にな るまで、定盤14を低下させる。次いで、ユーザは最小 の限界力Fが各試料管に加えられたことを知る。

【0105】図15および図19を合わせて参照すると、図19に示す加熱された定盤14を下げる前に、各試料管のためのプラスチックキャップ338はプラスチックトレー340(図19)の壁の上端レベルから上方約0.5mmまで突出する。このプラスチックトレー340は、9mmの中心間隔でゆるい8×12の配列にすべての試料管を保持する。試料ウェルのこの配列は、100μ1の容量の96本までのマイクロアンプ(登録商標)

のPCR管、または0.4mlの容量の48本までのより大きいジェネアンプ(登録商標)を保持することができる。このプラスチックトレーについて、以下でさらに詳述する。プラスチックトレー340は、試料管のための8×12の配列を有する平らな表面を有する。この平らな表面は図15および図19の水平線として示されており、この水平線は図19において試料管324および326と交差する。プラスチックトレー340は、また、4つの垂直壁を有し、それらのうちの2つは図19に342および344で示されている。これらの垂直壁の上端レベルは、図15に346で示されており、基準面を規定する長方形の箱を形成する。

【0106】図15に最もよく示されるように、すべて の試料管のキャップ338はこの基準面346の上方へ わずかに突起し、それによりキャップ338が、加熱さ れた定盤14によって軟化および変形され、かつ基準面 346のレベルより下方へ「押しつぶされる」ようにな っている。好ましい実施例において、加熱された定盤1 4は、図1におけるCPU20および定盤14中の抵抗 ヒータ (図示せず) に連結したバス22により、105 °Cの温度に保持される。好ましい実施例において、図1 9におけるノブ318および親ねじ312は、加熱され た定盤14が下降してキャップ338の上部と接触する まで、回転される。好ましい実施例において、試料管の ためのキャップ338はポリプロピレンから作られる。 これらのキャップは、加熱された定盤14と接触した直 後に軟化する。キャップは軟化するにつれて変形する が、それらの弾性のすべてを失うことはない。キャップ と接触後、定盤は基準面346上に配置されるまでさら に下降する。この下降は、キャップ338を変形し、そ して少なくとも50gの最小の限界力Fで各試料管を押 し下げて、各試料管を試料ウェルの中にしっかり配置さ せる。キャップ338が基準面346の上方へ突出する 量、および加熱された定盤14が基準面346上に静止 するときの変形および残留弾性の量は、少なくとも50 g、好ましくは100gの最小の限界力Fが、加熱され た定盤14が基準面346のレベルまで下降した後に存 在するすべての試料管について達成されるように、設計 される。

【0107】加熱された定盤14およびトレー340の4つの垂直壁および平らな表面は、定盤14がトレーの上部へりすなわち基準面346と接触するとき、加熱かつシールされた隔室を形成する。トレー340のプラスチックは比較的劣った熱伝導性を有する。加熱された定盤14とキャップ338との接触、および、試料ブロック12の上部レベル280の上方へ突出する試料管288の部分を、比較的劣った熱伝導性を有する材料の壁によって隔離することは、有益な結果を有することが実験的にわかっている。この構造により、管およびキャップの上方部分全体は、管およびキャップの内側表面上に凝

縮物がほとんどまたはまったく生じないような十分に高い温度を付与される。なぜなら、加熱された定盤は水の沸点より高い温度に保持されるからである。これは、図15における試料液体276が水の沸点付近の温度に加熱されるときも同様である。これにより、試料液体混合物276の頂面上に浮く油やワックス等の不混和性物質の層が不要となり、PCR反応に含まれる労働量が減少し、そして起こりうる試料汚染の1つの要因が排除される。

【0108】加熱されたカバーの非常に高い温度および その試料ブロック12への密接性にかかわらず、高温部 と低温部との間の正確かつ急速な循環に対して試料ブロ ック12の能力への影響がほとんどないことが実験的に わかっている。加熱された定盤14は前述の還流プロセ スにより試料の冷却を防止する。なぜなら、この還流プ ロセスは、キャップの温度を水の沸点より高温に保持 し、それによりキャップの内側を乾燥して保持するから である。定盤14はまた、キャップを管から除去したと きに、エアゾールの形成を防止する。他の実施例におい て、図15における許容しうる最小の下向きの力Fを、 存在する試料管の数に無関係に各個々の試料管に加える ことができ、かつ凝縮、還流、および対流冷却を防止可 能なあらゆる手段が本発明を実施するために十分有効で あろう。この下向きの力Fの適用、並びに還流および望 ましくない試料液体の濃縮を防止する熱の使用は、好ま しい実施例において実施するのと同一のシステムにより 必ずしも実施する必要はない。

【0109】試料管はその全高を数千分の1インチだけ変えるととができる。さらに、試料管のキャップも、その高さを数千分の1インチだけ変えるととができる。また、試料ブロック12中の円錐形試料ウェルの各々は、正確な同一深さに孔開けする必要がなく、また、わずかに異なる直径および角度に孔開けすることができる。したがって、キャップを付けた管群を試料ブロック内に配置して対応する試料ウェル内に設置するとき、キャップの上端部はすべてが同一高さである必要はない。キャップ上端の最大限の高さずれは、最も高い管と最も低い管との間で0.5m程度であればよい。

【0110】それ自体が自由に位置決めできるように取り付けられた完全に平らな非加熱定盤14を、上記のキャップの配列上に押し下げた場合、この定盤はまず最も背が高い3つの最長の管と接触する。さらに圧力を加えてこれらの最長の管が多少圧縮されると、定盤はより低い短尺管のキャップと接触し始める。管およびキャップの組体が柔軟でない場合には、最短の管に接触する前に、最長の管が損傷を受ける可能性を有することは明らかである。あるいは、すべての長尺管を十分に圧縮して最短の管に接触するために必要な力は、それを加えることが装置にとって大きすぎる場合がある。いずれの場合においても、1つまたは複数の短尺管はまったく押圧さ

れないか、または不十分な力で押し下げられることになり、その短尺管の熱時間定数を他のすべての管の熱時間定数に等しくしてしまう。これは、試料ブロック中のすべての管について同一のPCRサイクルの達成を失敗させるであろう。なぜなら、異なる熱時間定数をもつ管は、他の管と歩調をそろえないからである。定盤を加熱しキャップを軟化すると、1つの要因として管の高さを異ならせる製造上の許容誤差が排除され、したがって上記の問題点が排除される。

【0111】他の実施例において、全体の加熱された定 盤14は柔軟なゴム層でカバーされる。加熱された定盤 上の柔軟なゴムは高さ許容度の問題を解決するととも に、加熱された定盤から管のキャップへの熱の流れを遅 延させる熱的絶縁層として作用する。さらに、髙温度に おける長時間の使用では、ほとんどのゴム材料は劣化す るか、あるいは堅くなる。したがって、加熱された定盤 の表面は、熱のすぐれた熱伝導体である金属からなると とが望ましい。さらに他の実施例において、96個の個 別のばねを定盤に取り付けて、各ばねがそれぞれ1つの 試料管を押し下げるようにすることができる。これは複 雑かつ費用のかかる解決法であり、また機械的精確さを もって定盤を管の配列の上に整列させることが必要なの で困難かつ面倒である。好ましい実施例における各試料 管についての必要な個々のコンプライアンスは、プラス チックキャップの使用により与えられる。これらのキャ ップは定盤による力の下で予測可能な方法でつぶれる が、つぶれたときでさえ、各試料管をそのウェルの中に しっかり静止させて保持するために適切な下向きの力F をなお発揮する。

【0112】図15に示す試料管のキャップ338において、表面350はぎざぎざ、ばり、および切込みを含まず、それにより試料管288の内側壁352との間に気密シールを提供できるようにする。好ましい実施例において、キャップの材料はポリプロピレンである。適当な材料は、前述のヒモント(Himont)により製作されたヴァルティク(Valtec)HH-444またはPD701ポリプロピレン、またはアメリカン・へスヒト(American Heoscht)によるPPW1780である。好ましい実施例において、キャップのドーム部分についての壁厚さは0.130±0.005インチ(3.30±0.12mm)である。好ましい実施例において、肩部356の厚さは0.025インチ(0.64mm)であり、キャップのドーム形部分の幅は0.203インチ(0.52mm)である。

【0113】図15における最小の限界力Fをすべての 試料管に加えることができ、かつキャップと試料管の上 方部分とを、凝縮および還流を防止するに十分な高温に 加熱させることができるようなあらゆる材料および形状 を有するキャップが、本発明の実施を可能とする。ドー ム形のキャップ338は、キャップの変形を促進する薄 【0114】キャップの温度はPCRサイクル全体の間に水の沸点より高温であるので、各キャップの内側表面は完全な乾燥状態を維持する。したがって、PCRプロセスの最終段階で、試料を、試料プロックから取り出す前に室温に冷却する場合や、各試料管上のキャップを開く場合に、交差汚染を生じうる試料管の内容物のエーロゾル状噴霧が発生する可能性はない。なぜなら、シールを破壊したとき、管シールに対するキャップに液体が存在しないからである。

【0115】 これはきわめて有利である。なぜなら、増幅した生成物のDNAを含有するエアゾールの小さい粒子は実験室を汚染し、そして例えば他の患者等の収集源からの試料を含有する試料管の中に入り、それにより非常に面倒な陽性または陰性の誤診断結果を引き起こすからである。PCR増幅プロセスのユーザは、他の試料を汚染しうるエアゾールの発生がないことに極めて関心がある。

【0116】使い捨てプラスチック要素を使った装置を使用して、個々の試料管を8×12の配列に変換する。この8×12の配列は、マイクロタイタープレートのフォーマットを有する実験室装置に適合し、また、十分な個々の動きの自由度を維持してこの装置の構成要素の多様な熱膨張速度の差を補正する。この装置の台に対する熱的に柔軟なキャップの関係は、試料ブロック、およびキャップを所定位置にもつ2本の試料管の断面図である図21Aにおいて最もよく見られる。図示の試料管は、プラスチック製の96個のウェルを有するマイクロタイタートレーとリテイナーとの1つの実施例の組み合わせにより、所定位置に保持されている。図21Bは、別の好ましい実施例であり、上記装置の種々の使い捨てプラ

スチック要素の構造および相互作用を示す。長方形のプ ラスチック製96ウェルマイクロタイタープレートのト レーのフレーム342は、試料ブロック12の表面上に 載置される。フレーム342の上部へり346(前述の 基準面346と同義)は、キャップ(その1例をキャッ プ364で示す)の高さよりほぼ0.5インチ(12. 7mm) 短い高さを有する。キャップ付き管のすべては、 フレーム342のへり346より高く突出する。フレー ム342の下向きに延びるうね366は、その全長を通 してガードバンドみぞ78の中に延びる。しかしなが ら、フレーム342はギャップ(図示せず)を有し、と のギャップは図2に平面図でかつ図7に断面図で示す温 度センサー用の、みぞ78内のギャップに相当する。 【0117】前述の基準面346はフレーム342の上 部へりにより形成される。この基準面が、加熱された定 盤と相互作用する方法は次の通りである。図20に示す ノブ318をねじ込んでインデックスマーク332およ び334に合致させて増幅実験を開始する前に、目盛り 決めプロセスを実施して図20に示す飾り板336上の インデックスマークの位置を決める。この目盛り決め は、図21に示すフレーム342を試料ブロックの位置 に配置することによって開始する。しかしながら、フレ ーム342は空であるか、あるいはその中の管は所定位 置にキャップをもたない。次いで、ノブ318をねじ下 げて、加熱された定盤14をフレーム342の上部へり 346とその周辺全体の周囲にしっかり接触させる。ノ ブ318を十分にねじ下げて、加熱された定盤を基準面 346上に載置しかつフレーム342を試料ブロックの 上部表面280に対して強く押圧したとき、好ましい実 施例における回転可能な飾り板336を回転させて、飾 り板上のインデックスマーク334をノブ318上のイ ンデックスマークと合致させる。次いで、ノブ318を 反時計回りに回転して定盤14を上昇させ、そして図1 9に示すカバー316を負方向(Y方向)にすべらせ て、フレーム342および試料ブロック12を開放す る。次いで、試料混合物を充填したキャップ付き試料管 をフレーム342中の所定位置に配置する。次に、加熱 されたカバー316を試料ブロックの上に戻して配置 し、ノブ318を時計回りに回転して加熱された定盤1 4を下げて、ノブ上のインデックスマーク332を前述 のように位置決めしたインデックスマーク334と合致 させる。これによりすべての管は、加えられる最小の力 Fによって確実に設置されることとなる。インデックス マークの使用は、ユーザに簡単かつ評価可能な作業を実

【0118】わずかの試料管のみが所定位置に存在する場合、各インデックスマーク332および334を合致させるために、小量のトルクを必要とするだけである。しかしながら、多数の管が存在する場合、各インデックスマークを合致させるためには、ノブ318に対してよ

施させる。

り大きなトルクを必要とする。なぜなら、各管は、キャップが変形するとき加熱された定盤14の下向きの助き に抵抗を生じるからである。しかしながらユーザは、各 インデックスマーク332および334が整列したと き、加熱された定盤が再びフレーム342の上部へり3 46に対して緊密に配置され、かつすべての管がそれに 加えられた最小の限界力Fを有することを知る。これに より、すべての管の熱時間定数は実質的に同一であることが事実上保証される。

【0119】他の実施例において、インデックスマーク332および334を省略し、ノブ318をそれ以上回転しなくなるまで単に回転する方法も可能である。このような状態は、加熱された定盤14が上部へりすなわち基準面346に到達して、プラスチック製のフレーム342が加熱された定盤14のそれ以上の下向きの動きを停止させたときに生じる。この実施例において、フレーム342のプラスチック材は、加熱された定盤14と接触するとき、それ自体の変形を防止するために十分に高い溶融温度を有することが明らかである。好ましい実施例において、フレーム342のプラスチック材は0.05インチ(1.27mm)の壁厚さをもつセラニーズナイロン1503である。

【0120】前述の装置の利点は、異なる高さを有するフレーム342を使用することのみによって、異なる高さの試料管を使用できることにある。フレーム342は、それ自体と管とが試料ブロック内に配置されているとき、キャップされた管の先端面より約0.5mm低い高さを有すべきである。好ましい実施例において、2つの異なる管高さを使用する。加熱された定盤14を推進させる親ねじ312(図19)の動作範囲は、使用される試料管のすべての異なる高さについて十分なものでなければならない。もちろん、特定のPCR処理サイクルの間、すべての管は同一高さでなければならない。

【0121】前述の装置は、試料ブロックにおける均一な温度、ブロックから試料への均一な熱伝導性、および周囲環境の変動性からの管の絶縁をもたらす。96個までの任意の個数の試料管は、マイクロタイタープレートのフォーマットに基づいて配列することができる。この装置は、非常に多数の試料に対する正確な温度制御、及び任意の試料の温度を実際に測定せずに、すべての試料に対する試料温度の視的指示を可能とする。PCR反応のための容器として、従来技術においては、マイクロ遠心器のために本来設計されたポリプロピレン管が一般に使用されている。従来技術におけるこの管は円筒形の断面を有し、その上部は気密シールをつくるスナップ式キャップにより閉じられる。この管は、約17000円をもつ円錐台形からなる底部領域を有する。

(0122) このような円錐形試料管を、同一灰角を有する円錐形キャビティを備えた試料ブロックの試料ウェ

ル内に押し下げ、そしてとの管内の試料混合物が円錐形 容積内でかつ試料ブロックの下方位置に完全に配置され るとき、ブロックと液体との間の熱伝導は、上記配列に 亙る試料温度のすぐれた均一性によって、適切に予測す ることができる。試料ブロックと試料混合物との間の熱 伝導の適切な制御を達成するために、円錐形の管および 試料ウェルの夾角は密接に合致する必要があり、そして 管およびウェルの円錐形表面は、なめらかでかつ相互に 同一面的な関係に保持されなければならない。さらに、 最小の限界力Fを各試料管に加えて各管を試料ウェル内 へ緊密に押圧し、それにより例えば図15に示す空間2 91内に捕捉された液体からの水蒸気の形成等の熱循環 の間、いかなる原因によっても試料管が上昇せず、また はゆるくならないようにする必要がある。そして、各管 に同一量の試料液体を充填しなくてはならない。上に列 挙した条件が満足される場合、試料ブロックと各管中の 試料液体との間の熱伝導性は、図15に示す円錐形プラ スチック壁368、および円錐形試料管壁の内側表面3 70における試料液体の境界層(図示せず)の伝導性に より、主として決定される。

【0123】プラスチック管壁の熱伝導性はそれらの厚 さにより決定され、そしてそれらの厚さは管製造の射出 成形法により密接にコントロールすることができる。試 料管内の試料液体は事実上同一の熱的性質を有する。実 験および計算により、96ウェルの一体成型マイクロタ イタープレートは、PCRに対して限界的にのみ適合す ることがわかっている。なぜなら、アルミニウムとプラ スチックとの間の熱膨張係数の差は、配列を横切る試料 液体への熱伝導性の均一性を破壊しうる寸法変化を生ず るからである。すなわち、このような一体成型プレート 内の各ウェルはプレート表面を通して他のウェルに連結 されるので、各ウェル間の距離は、プレートの初期の製 造時に決定されるが、ブレートのブラスチック材が有意 な熱膨張係数を有するために温度変化とともに変化す る。また、金属の試料ブロック12内の試料ウェル間の 距離は、試料ブロックの温度に依存する。なぜなら、ア ルミニウムは、プラスチックの熱膨張係数と異なる有意 の熱膨張係数を有するからである。すぐれた熱伝導性を 有するために、96ウェルの一体成型マイクロタイター プレート内の各試料ウェルは、すべての温度において試 料ブロック内の対応するウェルにほぼ完全に適合する。 試料ブロックの温度は極めて広範囲にわたって変化する ので、試料ブロック内の各試料ウェル間の距離はPCR サイクルの間にサイクル的に変化する。プラスチックお よびアルミニウムの熱膨張係数は実質的に異なるので、 試料ブロック内の各ウェルの分離距離は、プラスチック 製の96ウェルの一体成型マイクロタイタープレートに おける各試料ウェル間の距離に比べ、温度変化に応じて 異なって変動する。

【0124】とのように、PCR温度範囲にわたる試料

管と対応する試料ウェルとの間の完全な適合のための重要な基準として、96ウェルの配列内の各試料管は個々に自由に横方向に動くことが必要であり、そして試料ウェルの壁と同一面的接触を行うために必要な量に応じて、各管が個々に自由に押し下げられることが必要である。本発明において使用する試料管は、従来技術によるマイクロ遠心管と異なり、試料液体に出入りする熱移動を速くするために試料管の円錐の切頭部分の壁厚さが非常に薄い。これらの管の上方部分は、円錐形部分より厚い壁厚さを有する。図15において、円筒形部分288の壁厚さは一般に0.030インチ(0.76mm)であるが、円錐形壁368の壁厚さは0.009インチ(0.23mm)である。薄い部分は射出成形工程において、

(0.23m)である。薄い部分は射出成形工程において厚い部分より速く冷却するので、薄い部分が冷却する前に完全な成形物を得ることが重要である。

【0125】試料管の材料は化学的にPCR反応と適合 性を有する必要がある。ガラスはPCRの適合性材料で はない。なぜなら、DNAはガラスに粘着し、かつ剥離 せず、PCR増幅を妨害するからである。好ましくは、 オートクレーブ処理可能なポリプロピレンを使用する。 適切な3タイプのポリプロピレンは、上述した通りであ る。ある種のプラスチックは、プラスチックからのガス 発生あるいはプラスチック壁へのDNAの粘着のため に、PCRプロセスと適合性ではない。ポリプロピレン は現時点において最もよく知られているクラスのプラス チックである。従来一般的な射出成形技術および射出成 形のための型製造技術は、本発明を実施する目的に十分 であろう。円錐形の試料管の使用は、実質的にすべての 製造の許容誤差を、高さの誤差、すなわち試料管を試料 ウェル内に配置したときの、キャップの先端と試料ブロ ックの上部との高さの各管毎の変動性に転換する。例え は、試料管壁の角度に関する角度誤差は、管を試料ブロ ック内に配置したとき、管壁の角度と試料ウェル壁の角 度が一致しないために、高さの誤差に変換される。同様 に、円錐の寸法における直径の誤差は、管の円筒形部分 が、適切な寸法の管より深く侵入するかしないかのいず れかを示すので、髙さの誤差に変換される。

【0126】配列を横切る熱伝導性の高度な均一性を得るために、試料管と試料ウェルとの間のすぐれた整合は、熱膨張速度の差に無関係に、0~100°Cの全温度範囲にわたって、96個のウェルのすべてに対して形成されなければならない。また、96個の試料管の各々は極めて高度に均一な寸法および壁厚さを有する壁を備えなければならない。試料混合物を保持する各試料管は取り外し可能な気密キャップを装備すべきである。このキャップは気密シールをつくり、反応混合物が沸点又はその近辺にあるとき、反応混合物からの水蒸気の損失を防止し、それにより試料混合物の体積の減少を防止する。これらすべての要因の組み合せにより、全96ウェルに対して均一な熱伝導性を達成するように96個の個別の

試料ウェルをもつ―体成型のマイクロタイタープレート を製造することが極めて困難となる。

【0127】各試料管について必要な個々の横方向およ び垂直方向の自由度をもたらすあらゆる構造が、本発明 を実施するために十分に適合する。本発明の好ましい実 施例に従い、前述のすべての要件は4ピースの使い捨て プラスチック製装置の使用により達成される。との装置 は、異なる熱膨張速度を補正するために必要なすべての 方向における十分な自由度を各試料管に与え、しかも、 工業規準の96ウェルのマイクロタイタープレートを使 用して作業するように寸法を決められた他の実験室装置 との適合性、およびユーザの便利さのために、96ウェ ルのマイクロタイタープレートのフォーマットにおいて 96個までの試料管を保持するものである。 マルチピー スの使い捨てプラスチック製装置は、製造の許容誤差お よびPCR熱サイクルの間に直面する広い温度範囲にわ たる異なる熱膨張速度に対して、極めて大きな許容性を 有する。

【0128】図21は、4ピースのプラスチック製装置 の大部分の構成要素の別の実施態様を断面図で示すもの であり、この装置は、異なる熱膨張速度を考慮するため の十分な動作自由度で試料ウェル内に複数の試料管を保 持するように組み立てられる。図45は、使い捨てプラ スチック製マイクロタイタープレートの模範装置の全部 分を分解図で示す。この図面は、すべての試料管を8× 12のマイクロタイタープレートのフォーマットにおけ る96個のウェル配列にゆるく保持した状態でマイクロ タイタープレートを形成するために、各部分を組合せる 方法を示す。図22は、図21に部分断面図で示された 本発明によるマイクロタイタープレートのフレーム34 2の平面図である。図23はフレーム342の底面図で ある。図24は図22の線24-24′から見たフレー ム342の端面図である。図25は図22の線25-2 5′から見たフレーム342の端面図である。図26は 図22の線26-26′に沿ったフレーム342の断面 図である。図27は図22の線27-27′に沿ったフ レーム342の断面図である。図28は図22の線28 -28′から見たフレーム342の部分切欠き側面図で あり、後述するリテイナーがフレーム342をクリップ する状態を詳細に示す。

【0129】図21~図28を合わせて参照すると、フレーム342は水平のプラスチックプレート372を備え、このプレート372上にマイクロタイタープレートの規準フォーマットで9mmの中心間間隔を置いて96個の孔が形成される。8個の行A~Hおよび12個の列1~12が存在する。行D、列7における孔374はこれらの孔の典型である。フレーム342の各孔内に、円錐形試料管、例えば、図15に示す試料管376が配置される。各試料管はそれを配置する孔より直径が約0.7mmだけ小さいので、孔内でのゆるい嵌合が形成される。

これは図21 (A) および (B) において最も理解されるように、典型的な孔の内側へり378とその中に配置された試料管の側壁380との間の距離として示される。図21 (A) および (B) 中の参照番号382は、試料管376の円筒形部分の外側壁から間隔を置いて位置する孔の対向へりを示す。

【0130】各試料管は図15、図21(A)および (B) に示した肩384を有する。肩384は各試料管 の円筒形部分288の全周囲に形成される。肩384の 直径は、フレーム342の各孔を通過しないほどに十分 に大きく、しかも隣接する孔内の隣接する管の肩に接触 するほどには大きくない。すべての管をフレーム内の各 孔の中に配置すると、次にプラスチックリテイナー38 6(図21および図45に最もよく示されている)をフ レーム342の開口内に嵌合される。 このリテイナーの 目的は、すべての管がフレーム342内から外に落下ま たは押し出されず、かつそれらのフレーム342内での ゆるい嵌合を妨害しないように、それらすべての管を所 定位置に配置することにある。リテイナー386は、管 の肩384がリテイナー386またはフレーム342に 当接する前に各試料管がある程度鉛直方向へ上下移動す るように、寸法が決定されかつフレーム342に嵌合さ れる。このように、フレームおよびリテイナーは相互に 連結されたときに、96個までの試料管にマイクロタイ タープレートのフォーマットを提供するとともに、各管 が図15に示す最小の限界力Fの影響下ですべての温度 においてその最良の嵌合状態を自由に見いだすように、 水平および垂直方向への十分な自由度を提供する。

【0131】図29および図30を参照すると、試料管 および肩のより明瞭な外観が示される。図29および図 30は、それぞれ、典型的な試料管の肩部分の側面図お よび部分的上部断面図である。例えば以下で詳述するよ うなプラスチック製のドーム形キャップは、図29に示 す試料管内へ挿入され、試料管の上部の内側壁390に 対して気密シールを形成する。試料管の内側壁に形成さ れたうね392は、ドーム形キャップのストッパーとし て作用して、必要以上の侵入を防止する。通常、ドーム 形キャップはウェブによって接続されたストリップ状の ものである。図31はウェブ394により接続されそし てタブ396で終わる3つのキャップの側面図である。 このタブは単一の引きによりキャップの列全体を除去す るのに役立つ。通常、ウェブ394は試料管の上部表面 398上に位置し、そしてキャップが試料管の中にさら に侵入するのを防止する。各キャップはキャップと試料 管の内側壁との間にハーメチックシールを形成するうね 400を含む。図32は12の接続されたキャップの典 型的なストリップ中の3つのキャップの上面を示す。

【0132】リテイナーのより詳細な理解のために、図33~37を参照する。図33はプラスチックのリテイナーの上面図である。図34は図33の線34-34′

に沿うリテイナーの側面図である。図35は図33の線 35-35′に沿うリテイナーの端面図である。図36 は図33の線36-36′に沿うリテイナーの断面図で ある。図37は図33の線37-37′に沿うリテイナ ーの断面図である。図33~37を参照すると、リテイ ナー386は垂直壁404により取り囲まれた単一の水 平のプラスチック平面402から構成されている。平面 402はその中に形成され、4孔/群の24群に分割さ れた、8×12列の96孔を有する。これらの群は平面 402の中に形成されたうね、例えば、うね406およ び408により区画されている。各孔、それらのうちの 典型的である孔410は、直径Dを有し、この直径Dは 図29における直径D、より大きく、そして直径D₂よ り小さい。これにより、リテイナーは試料管がフレーム 342の中に配置された後、試料管の上をすべることが できる。しかし、肩384が大き過ぎて孔410を通過 できないので、試料管はフレームから落下できない。

【0133】リテイナーはフレーム342の中に、図34および36に示すプラスチックタブ414により嵌合する。これらのプラスチックタブは、図23に示すように、フレーム中のスロット416および418を貫通する。2つのプラスチックタブ414が存在し、各々はリテイナーの長いへり上に存在する。これらの2つのプラスチックのタブは図33に414Aおよび414Bとして示されている。

【0134】図22~28のフレーム342は、その中 に配置された96の試料管及び所定位置に嵌合されたリ テイナー386を備え、単一の単位、例えば、図21A および21Bに示すような単位を形成し、これはPCR 処理のために試料ブロック12の中に配置することがで きる。処理後、フレーム342を試料ブロックの中から 外に持ち上げることによって、すべての管を同時に取り 出すことができる。便利さおよび貯蔵のために、試料管 およびリテイナーを所定位置にしてフレーム342を、 ベースと呼ぶ他のプラスチック成分の中に挿入すること ができる。ベースは標準の96ウェルのマイクロタイタ ープレートの外側寸法およびフットプリント(foot print)を有し、それは図38~44に示されてい る。図38はベース420の上面図であるが、図39は ベースの底面図である。図40は図38の線40-4 0′に沿うベースの側面図である。図41は図38の線 41-41′ に沿うベースの端面図である。図42は図 38の線42-42′ に沿うベースの断面図である。図 43は図38の線43-43′に沿うベースの断面図で ある。図44は図38の線44-44′に沿うベースの 断面図である。

【0135】ベース420は傾斜したへりをもつ8×1 2列の孔が形成されているプラスチックの平らな平面4 22を含む。フレーム342がベースの中に位置しているとき、試料管の底がベース中の円錐形孔の中に嵌合す

るような、寸法および間隔をこれらの孔は有し、フレー ム342を試料ブロックに取り付けるとき、試料管が保 持されるのと同一のフレーム342に対する関係で試料 管は保持されている。孔424はベースの中に形成され た96の孔の典型であり、それは図38、44および4 3に示されている。個々の試料管は、トレーとリテイナ ーとの間にゆるく捕捉されているが、フレームがベース の中に挿入されているとき、しっかり位置し、不動とな る。典型的な試料管424がベースの中に嵌合される形 式は図44に示されている。換言すると、フレーム、試 料管およびリテイナーがベース420の中に位置すると き、それ全体は工業的に標準の96ウェルのマイクロタ イタープレートと機能的に同等のものとなり、それは、 それ以上の処理のために96ウェルの工業的に標準のマ イクロタイターブレートのための事実上任意の自動化ビ ベッティングまたはサンプリングのシステムの中に配置 され得る。

【0136】試料管は必要な試薬および増幅すべきDN Aで充填した後、試料管にキャップすることができる。 図31および32に示すキャップ片の他の実施態様にお いて、8×12列でキャップを接続するしなやかなウェ ブをもつ96のキャップのマット全体を使用することが できる。これはウェブは、図31に394で示されてお り、十分にしなやかであり、キャップは試料管が小さい 動きを妨害されないようにしなくてはならず、これらの 試料管はすべての温度において試料管の円錐形壁の中に 完全に嵌合しなくてはならない。管、キャップのフレー ム、リテイナーおよびベースのアセンブリーは、管の充 填後、サーマルサイクラーに入れる。そこで、フレー ム、キャップ付き管およびリテイナーのプレートはベー スから1単位として取り出される。次いで、この単位を 試料ブロック12の中に配置して、図21Aおよび21 Bに示すアセンブリーを作り、管は試料ブロック中の円 錐形壁の中にゆるく保持されている。図21に示すよう に、フレーム342はガードバンドの上部表面上に位置 する。好ましい実施態様において、うね366はガード バンドのみぞ78の中に下向きに延びるが、これは必須 ではない。

【0137】次に、加熱されたカバーは試料の上にすべらせ、加熱した定盤を前述したようにスクリューで下げて、フレーム342の上部へり346と接触させる。図19における加熱された定盤14がキャップ接触した後、数秒以内で、キャップは軟化し、そして図19におけるレッドスクリュー312からの下向きの圧力下に降伏する。次いで、ノブ318を回転して、図20におけるインデックスマーク332および334を合致させ、これはすべての試料管を試料ブロックの中に、少なくとも最小の限界力下および加熱された定盤14の間のすべての空気ギャップで、緊密にプレスさせ、試料ブロックおよびフレーム342の上部へり346は緊密に閉じ

る。 ととで、試料管は完全に閉じ、制御された環境の中 にあり、そして温度の正確なサイクリングを開始するこ とができる。

【0138】PCRプロトコルの終わりにおいて、加熱された定盤14は上方に、試料管から離れる方向に動き、加熱されたカバー316は道からはずれすべってフレーム342および試料管を露出する。次いで、フレーム、試料管およびキャップを取り出して空のベースの中に再配置すると、キャップを除去することができる。各キャップまたはキャップのひもを引き、リテイナーは管をトレーの中から外に出ないように保持する。ベースの中に形成したリブ(図38~44に示されていない)は、図33に示すリテイナータブ414Aおよび414Bと接触してリテイナーを所定位置にスナップ式に保持し、こうしてキャップの除去により管に加えられた力がリテイナー366を変位させないようにする。

【0139】明らかなように、フレーム342は、必要 に応じて、96より少ない管とともに使用することがで きる。また、リテイナー386は、必要に応じて、上記 スナップを分離することによって、除去することができ る。一度に数本の管を使用し、そしてこれらの管を個々 に取り扱うとき、試料ブロック上にリテイナーを使用し ないで、空のフレーム342を配置することができる。 次いで、ユーザは「試験管のラック」としてベースを使 用し、そしてその中に小さい数の管をセットする。次い で、管は手動で充填し、そして個々のキャップをすると とができる。次いで、管を試料ブロック中のウェルの中 に個別に入れ、加熱されたカバーを閉じ、そして加熱さ れた定盤14をスクリューで下げて、マークを合致させ る。次いで、PCRサイクルを開始できる。サイクリン グが完結したとき、カバー316を除去し、そして試料 管を有効なベースの中に個々に配置する。リテイナーは との型の使用において不必要である。

【0140】図47および図48を参照すると、図1に おいてCPUブロック10により表わされる制御システ ムの好ましい実施態様のブロック線図が示される。図4 7及び図48の制御エレクトロニクスの目的は、なかで も、所望のプロトコルを定めるユーザの入力データを受 けとりかつ記憶し、種々の温度センサーを読み、試料温 度を計算し、計算した試料温度をユーザが定めたPCR プロトコルにより定められた所望の温度と比較し、電力 ラインの電圧をモニターし、そしてフィルムヒータゾー ンおよびランプ冷却弁を制御して、ユーザが定めたPC Rプロトコルを実施することである。マイクロプロセッ サ (以後CPUという) 450は、後述するソースコー ドの形で付録Cに記載されている制御プログラムを実行 する。好ましい実施態様において、CPU450は「O KI CMOS 8085 J casa CPU tr F L X バス452を推進し、これにより図47及び図48にお ける他の回路要素の種々のものがアドレスされる。CP

The State of

Uは、また、データバス452を推進し、これによりデータは図47及び図48における他の回路要素の種々のものに伝えられる。

【0141】付録Cの制御プログラムおよびあるシステ ム定数はEPROM456に記憶される。ユーザが入れ たデータおよびシステム定数および導入プロセスの間に 測定された特性(下に記載する導入プログラムの実行) はバッテリーバックアップRAM458に記憶される。 システムクロック/カレンダー460は、制御ソフトウ ェアの説明において下に記載する、PCRの実行および 電力故障の間の事象の履歴を記録する目的で、データお よび時間の情報をCPU450に供給する。アドレスデ コーダー462はアドレスバス452からのアドレスを 受けとりそしてデコードし、そしてチップ選択バス46 4上の適当なチップ選択ラインを活性化する。ユーザは ディスプレイ468上のCPUにより表示される情報に 応答してキーボード466を経てPCRプロトコルを入 れる。ユーザとCPU450との間の2ウェイ連絡は、 制御ソフトウェアの説明のユーザのインタフェースの節 において以下で詳細に記載する。キーボードインタフェ ース回路470はユーザのキーボードを、データバス4 54を経てCPUにより読まれるデータに変換する。

【0142】プログラム可能な間隔タイマー472およ び474の各々はカウンターを備え、これらのカウンタ ーはCPU450により計算されたカウントを負荷され て、電力が種々のフィルムヒータゾーンに加えられる間 隔を制御する。割り込み制御装置476は、割り込み要 求をCPU450に200ミリ秒毎に送って、制御ソフ トウェアの説明において以下で記載するPIDタスクを CPU450に実行させる。このタスクは温度センサー を読みそして加熱または冷却の電力を計算して試料温度 を現在のレベルから、ユーザが望むレベルに動かし、と れはそのPCRプロトコルにおける時点のために実行さ れる。UART478は、RAM480に記憶されたデ ータをプリンタに出力できるように「RS232」イン タフェース回路480を実行させる。制御ソフトウェア は各PCRの作動のレコードを維持し、これは実際に実 行されたPCRプロトコルがユーザが望むPCRプロト コルに対応したというユーザの評価の目的のための作動 の間に、種々の時間に存在した実際の温度に関して実施 される。さらに、特定のPCRプロトコルの間に望む特 定の時間および温度を定めるユーザが入れたデータが記 憶される。すべてのこのデータおよび他のデータは、C PU450により同様によく読まれ、そしてUART4 78を経てRS232ポートに連結されたプリンタに出 力される。RS232インタフェースは、また、外部の コンピュータに試験の目的でアドレスおよびデータバス の制御をさせる。

【0143】周辺インタフェースチップ(以後PICという)482は、4入力/出力レジスタのプログラム可

能なセットとして働く。パワーアップにおいて、CPU 450はアドレスデコーダー462およびチップ選択バ ス464を経てPIC482を選択する。次いで、CP UはPICへのデータワードをデータバス454を経て 書いて、どのレジスタを出力ポートおよび入力ポートに すべきかに関して、PIC482をプログラミングす る。引き続いて、CPU450は出力レジスタを使用し て、プログラム可能なアレイ論理チップ(PAL)48 4の内部の論理状態を制御するために、データバス45 4を経てCPUによりその中に書かれたデータワードを 記憶する。PAL484は、複数の入力信号および複数 の出力信号を有する状態装置である。PALは一般にあ る数の異なる状態を有する論理の列を有する。各状態は 入力における論理状態の列またはベクトルにより定めら れ、そして各状態は出力の論理状態の異なる列またはべ クトルを生ずる。CPU450、PIC482、PAL 484および下記において定義するいくつかの他の回路 は、共働してPAL484からの種々の出力信号の異な る状態を発生する。これらの異なる状態および関連する 出力信号は、以下に記載するように図47及び図48に 示すエレクトロニクスの作動を制御するものである。

【0144】12ビットのアナログディジタル(A/ D) コンバータ486は、ライン488および490上 のアナログ電圧をデータバス454上のディジタル信号 に変換する。これらはCPUによりA/Dコンパータの ためのアドレスを発生し、こうしてA/Dコンバータの チップ選択入力に連結したバス464上にチップ選択信 号が活性となりそしてコンバータを活性化するようにす るととによって読まれる。ライン488および490上 のアナログ信号は、2つのマルチプレクサ492および 494の出力ラインである。マルチプレクサ492は4 つの入力ポートを有し、各々は2つの信号ラインを有す る。これらのポートの各々はシステムにおける4つの温 度センサーの1つに連結されている。第1のポートは試 料ブロックの温度センサーに連結されている。第2およ び第3のポートは、それぞれ、冷却液および周囲の温度 センサーに連結されており、そして第4ポートは加熱さ れたカバーの温度センサーに連結されている。これらの 温度センサーの各1つのための典型的な回路は図49に 示されている。20、000オームの抵抗器496は、 ノード497において、バス接続ライン(図示せず)を 経て図47及び図48における調整された+15ボルト 電力供給498を受けとる。この+15DC信号のリバ ースはゼンナーダイオード500をパイアスする。リバ ースパイアス電流およびゼンナーダイオードを横切る電 圧低下は温度の関数である。ダイオードを横切る電圧低 下は、ライン502および504を経てマルチプレクサ 292に入力される。各温度センサーはマルチプレクサ 292への同様な接続を有する。

【0145】マルチプレクサ494は、また、入力ポー

【0146】4つの光学的に連結されたトライアックド ライバー530, 532, 534 および536は、PA L論理484から制御バス538を経て制御信号を受け とる。トライアックドライバー530,532および5 34の各々は、3つのフィルムヒータゾーンの1つへの 電力を制御する。 これらのヒータゾーンはブロック25 4, 260/262および256/258 (図13にお いて使用したのと同一の参照数字)により表わされる。 トライアックドライバー536は、プロック544によ り表わされる加熱されたカバーへの電力を熱的カットア ウトスイッチ546を経て制御する。フィルムヒータの ヒータゾーンはブロック熱的カットアウトスイッチ54 8により保護される。熱的カットアウトスイッチの目的 は、不安定な間隔の間放置されているトライアックドラ イバーに導く破壊の場合において、加熱されたカバー上 のフィルムヒータ/試料ブロックの溶融を防止すること である。このような事象が起こった場合、熱的カットア ウトスイッチは過度に熱い状態を検出し、そしてライン 552または554上のトライアックを遮断する。

【0147】フィルムヒータの主なヒータゾーンは360ワットの定格であるが、マニホールドおよびへりのヒータゾーンは、それぞれ、180ワットおよび170ワットの定格である。トライアックドライバーは「モトローラ MAC 15A1015アンブトライアック」である。各ヒータゾーンは2つの電気的絶縁された区画に分割され、各々は1/2の電力を消費する。2つの半分

は150ボルトのRMSより低いライン電圧518につ いて並列に接続されている。これより大きいライン電圧 について、2つの半分は直列に接続されている。 これら の別の接続は「パーソナリティ」プラグ550を通して 達成される。フィルムヒータゾーンのためのAC電力供 給はライン559であり、加熱されたカバーのためのA C供給はライン560を経る。ゼロ交差検出器566 は、ライン518上のAC電力の各ゼロ交差においてラ イン568上にパルスを放射することによって、バイア スシステムのタイミングを提供する。ゼロ交差検出器は アナロググラウンドに対して参照される「ナショナル LM 311N」であり、そして25mvのヒステリシス を有する。ゼロ交差検出器はトランス516からその入 力をとり、そしてトランス516は0~240ボルトの ACのAC入力信号について0~5.52ボルトの出力 AC信号を出力する。

【0148】電力トランス570はAC電力をポンプ4 1に供給し、そしてポンプ41はランプ冷却チャンネル およびバイアス冷却チャンネルを通して冷却液を送る。 冷却装置40は、また、そのAC電力をトランス570 からパーソナリティブラグ550の他の部分を経て受け とる。トランス550は、また、3つの調整された電力 供給572,498および574および1つの非調整電 力供給576に電力を供給する。温度を測定する正確な 目的のために、較正電圧発生器506は1系列の非常に 正確な薄いフィルムの超低温度のドリフト20Kohm の抵抗器(図47及び図48には示さない)を使用す る。これらの同一の超低ドリフト抵抗を使用して、アナ ログ増幅器578のゲインをセットし、そしてアナログ 増幅器578はディジタル値への変換前に選択した温度 センサーからの出力電圧を増幅する。これらの抵抗器は わずかに5ppm / Cドリフトするだけである。

【0149】すべての温度センサーは、それらを(それらが温度を測定する構造体から分離されている)をまず40℃に温度制御された安定な攪拌された油の浴の中に配置し、そしてマルチプレクサ492への入力において実際のオプチクス電圧を測定することによって較正される。次いで、温度センサーを95℃の温度の浴の中に配置し、そしてそれらの出力電圧を再び同一点において測定する。較正電圧発生器494の出力電圧は、また、マルチプレクサ494の入力において測定される。各温度について、温度センサーの出力の各と較正電圧発生器506により発生した電圧から生ずるディジタル出力との間のA/Dコンバータからのディジタル出力の差を測定する。次いで、温度変化について各々を較正するための各温度センサーのために較正定数を較正することができる

【0150】次いで、試料ブロックの温度センサーを次の較正手順にかける。この手順は試料ブロックを2つの異なる温度に推進することを包含する。各温度レベルに

おいて、16の異なる試料ウェル中のブロックの実際の 温度は、16のRTD熱電対のプローブを使用して0. 02℃内で測定する。次いで、ブロックの温度について の平均のプロフィルを発生させ、そしてA/Dコンバー タ464の出力は試料ブロック中のその場所においてブ ロック温度センサーを使用して測定する。これは両者の 温度レベルにおいて実施する。RTDプローブで測定し た実際のブロック温度およびブロック温度センサーのた めのA/D出力について、それ以上の較正ファクターを 計算することができる。そのように発生した温度の較正 はバッテリーバックアップRAM458の中に記憶され る。いったんとれらの較正ファクターがシステムのため に決定されると、システムは較正の時に存在する電気的 特性から認めうるほどドリフトしないことが重要であ る。したがって、低いドリフトの回路を選択し、そして 超低ドリフト抵抗器を使用することが重要である。

【0151】CPU450が試料ブロック温度を制御す る方法は、制御プログラムについて下に記載する選択を 参照することによって最もよく理解することができる。 しかしながら、図47及び図48の電子回路が制御ソフ トウェアと共働してPCRプロトコルを実施する方法を 例示するために、次のことを考慮する。ゼロ交差検出器 566は出力バス568の中に2つの出力を有する。と れらの出力の1つは、ゼロ電圧参照を横切るAC信号の 各ポジティブに行く転移についてネガティブに行くパル スを放射する。他のものはゼロ参照電圧レベルを横切る AC信号の各ポジティブに行く転移についてネガティブ パルスを放射する。典型的には580で示すこれらの2 つのパルスは1つの完全なサイクルまたは2つのハーフ サイクルを定める。それは200ミリ秒の試料の期間を 定めるバス568上のパルスのトレインである。米国に おけるような60サイクル/秒のACについて、200 ミリ秒は24のハーフサイクルを含有する。

【0152】典型的なシステム期間は図50に示す。図 50中の各「チック」マークは1つのハーフサイクルを 表す。各200ミリ秒の試料期間の間、CPU450は ユーザが定めた設定点またはインキュベーション温度に 試料ブロック温度を維持するために、あるいはPCRプ ロトコルの時間ラインにおいて特定の試料期間が存在す る場所に依存する新しい温度にブロック温度が動かすた めに、必要な加熱または冷却の電力を計算している。各 フィルムヒータゾーンにおいて必要な電力のマットは、 各ヒータゾーンを次の200ミリ秒の試料期間の間に止 まるハーフサイクルに変換される。これらの計算を実施 する現在の試料期間の終了直前に、CPU450はプロ グラム可能な間隔タイマ (PIT) 472中の4タイマ の各々をアドレスする。各タイマに、CPUはハーフサ イクルの数を表す「現在の」カウントを構成するデータ を書き、タイマに関連するヒーターゾーンは次の試料期 間の中にない。図50において、このデータは次の試料 期間の開始時間592に先立つ直前間隔590の間にタ イマに対して書き込まれる。94°Cの変性温度までの急 速なランプが、時間592と594との間の試料的間隔 を包含する間隔でユーザの設定点データにより要求され ると仮定する。したがって、フィルムヒータはその期間 のほとんどについてオンであろう。中央のゾーンヒータ が試料期間の間の3つのハーフサイクルを除外してすべ てについてオンであると仮定する。この場合において、 CPU450は、間隔590の間の中央のゾーンヒータ に関連するPIT472中のカウンターの中に3を書 く。との書く操作は自動的にタイマに、中央のゾーンヒ ータを制御するバス592の特定の制御ライン上の「シ ャットオフ」信号を発生させる。この「シャットオフ」 信号はPAL484に、中央のゾーンに関連するバス5 38中の信号ラインの特定の1つ上に「シャットオフ」 信号を発生させる。次いで、トライアックドライバー5 30は次のゼロ交差、すなわち、時間592においてシ ャットオフする。PITはライン594上のポジティブ ゴーイングパルスのパルスのトレーンをPAL484か ら受けとる。これらのパルスはPAL484による2ラ インバス568上でゼロ交差パルスの、PAL484に よりすべてのゼロ交差パルス上のポジティブゴーイング パルスおよび単一のライン、すなわち、ライン594上 のすべてのゼロ交差においてポジティブゴーイングパル スへの翻訳である。中央フィルムヒータゾーンに関連す るPIT472中のタイマは、そのクロックとしてライ ン594上のハーフサイクルマーキングパルスを使用し てその現在の3のカウントからカウントダウンを開始す る。第3ハーフサイクルの終わりにおいて、このタイマ は0に到達し、そしてバス592上のその出力信号が状 態を変化するようにさせる。このオフからオンへの状態 の転移は図50に596で示されている。この転移はP AL484に伝えられ、これによりPAL484はバス 538上の適当な出力信号の状態を変化させて、第3ゼ ロ交差でトライアックドライバー530をオンにスイッ チする。好ましい実施態様におけるようにゼロ交差でト ライアックをオンにスイッチすることによって、インジ ケータ(フィルムヒータの導体)を通して流れる高い電 流のオフのスイッチングは回避されることに注意すべき である。これはラジオ周波数のインターフェレンスまた は他のノイズの発生を最小にする。各ハーフサイクルの 位置を要求する電力の計算量に従いフィルムヒータにス イッチする技術は、また、別の実施態様として機能し得 るが、この技術により発生するノイズのために好ましく ないことに注意すべきである。

【0153】PIT472および474の他のタイマは、他のヒータゾーンおよび加熱されたカバーへ加えられる電力をCPUにより計算された電力に従い同様な方法で管理する。ランプ冷却は周辺インタフェース482を通して直接CPU450により制御される。各試料期

間の間に実施された加熱/冷却電力の計算がランプ冷却 電力を必要とすることを示したとき、CPU450は周 辺インタフェース制御装置(PIC)482をアドレス する。次いで、データワードは適当なレジスタの中に書 かれて出力ライン600を高く推進する。この出力ライ ンは1対の単安定マルチバイブレータ602および60 4をトリガし、これにより各マルチパイプレータは、そ れぞれ、ライン606および608上の単一のパルスを 放射する。これらのパルスの各々は、ちょうど1アンペ アおよびほぼ100ミリ秒のパルス期間の下でピーク電 流を有する。とれらのパルスの目的は、ランプ冷却流れ を急速にオンにすることが非常に困難であるランプ冷却 チャンネルを通る流れを制御するソレノイド弁コイルを 推進させることである。ライン606上のパルスは、ド ライバー610に、ソレノイド作動弁の1つのソレノイ ドコイルの1つの側に連結されたライン612を接地さ せる。コイル614の他方の端末は電力供給576から の+24ボルトのDCで電力供給「レール」616に連 結されている。ワンショット602は1つの方向の流れ のためのランプ冷却ソレノイド作動弁を制御し、そして ワンショット604は反対方向の流れのためのランプ冷 却ソレノイド作動弁を制御する。

【0154】同時に、ライン600上のRCOOL信号 の活性化はドライバー618を活性化する。 とのドライ バーは電流制限抵抗620を通してライン612を接地 させる。この電流制限抵抗の値は、ライン622を通し て流れる電流がソレノイド弁614を開かせて保持する ために必要な保持電流に少なくとも等しいような値であ る。ソレノイドコイルは、ソレノイド作動弁をオンする ために大きい電流を必要とするが、弁を開かせて保持す るためには実質的に少ない電流を必要とするという特性 を有する。ライン606上の100ミリ秒のパルスが止 んだとき、保持電流のために抵抗器620およびドライ バー618を通る接地接続のみを残して、ライン612 を直接接地させる。ソレノイド弁614は1/2ランプ 冷却管、すなわち、試料ブロックを通して1つの方向に 冷却液を運ぶ管、のみにおいて試料ブロックを通るラン プ冷却冷却液の流れを制御する。他のソレノイド作動弁 624は、対向する方向で試料ブロックを通る冷却液の 流れを制御する。この弁は、ドライバー626および6 28、ワンショット604およびライン608により、 ソレノイド作動弁614と全く同一の方法で駆動され る。

【0155】ランプ冷却の必要性は試料期間毎に1回評価される。ブロック温度を測定しそしてそれをランプ冷却がもはや必要ではない所望のブロック温度と比較することによって、制御ソフトウェアのPIDタスクが決定されたとき、ライン600上のRCOOL信号が不活性化される。これは、CPU450により、PIC482をアドレスし、そしてライン600に連結されたPIC

482中のレジスタ中の適当なビットの状態を逆転するデータをそれに書き込むことによって実施される。PIT474は、2つの他のタイマを有し、これらは20Hzの割り込みおよび加熱LEDを計時し、加熱LEDは試料ブロックが熱く接触すると危険であるときに視的指示を与える。システムは、また、ビーパーワンショット630およびビーパー632を含んで、不正確なキーストロークがなされたときにユーザに警告する。

【0156】プログラム可能な割り込み制御装置476 を使用して、レベル1-テスト:レベル2-20Hz:レ ベル3-トランスミット・レディ;レベル4-レシープ ・レディ;レベル5-キーボード・割り込み;レベル6 -メインヒータ・ターンオン;および、レベル**7-**AC ラインのゼロ交差からなる7の割り込みを検出する。ブ ログラム可能な割り込み制御装置482は、マルチプレ クサ492および494を制御するための4つの出力 (図示せず)を有する。これらの信号「MUX1 E N」および「MUX2 EN」は、マルチプレクサ49 2 および494の一方または双方を使用可能とするが、 信号「MUV0 およびMUV1 は増幅器578への入力 にどのチャンネルを選択するかを制御する。これらの信 号は、2つのマルチプレクサからの1つのチャンネルの みを任意の1つの時間に選択できるように管理される。 【0157】「RLTRIG*」信号は、CPUが暴走 する場合PAL484への信号「TIMEOUT EN *」動作させてヒータの使用を禁止するヒータのタイム アウトワンショット632をリセットする。すなわち、 ワンショット632は、所定の間隔を有し、該間隔は、 各トリガ後、ワンショット632がすべてのヒータゾー ンの使用を禁止する信号「TIMEOUT EN*」を 動作させる前に待機する時間である。CPU450はル ーチンを周期的に実行し、これはPIC482をアドレ スし、そしてデータを適当なレジスタに書き込んで、ラ イン634上の信号を動作してワンショット632をト リガする。CPU450がなんらかの理由で「暴走」 し、そしてとのルーチンを実行しない場合、タイムアウ トワンショット632はすべてのヒータゾーンの使用を 禁止する。

【0158】PIC482は、また、加熱されたカバー およびサンプルブロックヒータを使用可能にするための 出力COVHTR EN*およびBLKHTREN* (図示せず)を有する。これら両信号は低く活性化し、そしてCPU450により制御される。それらはバス636を経てPAL484へ出力される。PIC482は、また、信号BEEPおよびBEEPCLR*をバス640に出力してビーバーワンショット630を制御する。PIC482は、また、信号MEMI(図示せず)を出力し、この信号はEPROM456の高いアドレス区画とバッテリーRAM458の低いアドレスとの間のページをスイッチするために使用される。2つの他の信

号PAGE SELO、およびPAGE SEL1(図示せず)は、EPROM456中の4つの16Kページの間を選択する出力である。

【0159】4つの温度センサーは、10mV/ Kのゼ ナー電圧/温度依存性を有するナショナル LM 13 5ゼナーダイオード型のセンサーである。ゼナーダイオ ードは、20Kの抵抗器496により調整された電力供 給498により動作する。ゼナーを通る電流は、0℃~ 100℃の操作範囲にわたってほぼ560µA~615 μAの間で変化する。ゼナーそれ自体の加熱は、同一の 操作範囲にわたって1.68mW~2.10mWの間で変化 する。伝送制御装置(マルチプレクサ)492および4 94は、DG409アナログスイッチである。ライン4 88 および490上の電圧は、V。,, = 3 * V,, - 7. 5の伝達関数を有するAD625KN計器増幅器により 増幅される。A/D変換器486は、0Vから5Vの入 力範囲を有するAD7672である0℃~100℃にわ たって2.73~3.73のゼナー温度センサーの出力 で、増幅器578の出力は0.60ボルト~3.69ボ ルトであり、これはA/D変換器の入力範囲内に入る。 【0160】高度に精確なシステムを実施する上で重要 なことは、すぐれた精度および周囲温度の変化によるド リフト量が少ないことである。これらの両者は、精密な 電圧基準源、すなわち、較正電圧発生器506を使用 し、そして、温度センサーの出力、およびライン510 上のACライン電圧をモニターするために使用される同 一のエレクトロニクスの連鎖を通る出力を連続的にモニ ターすることによって達成される。

【0161】較正電圧発生器506は、ライン650お よび652上に2つの精密な電圧を出力する。一方の電 圧は3.75ボルトであり、そして他方は3.125ボ ルトである。これらの電圧は、抵抗器間の0.05%の 合致および抵抗器間の5 ppm/*Cの温度ドリフト量を有 する、一連の一体化された薄膜超低ドリフト抵抗器を使 用して、調整された供給電圧を分割することによって得 られる。較正電圧発生器は、また、A/Dコンパータ基 **準電圧に対して-5ボルト、計器増幅器オフセットに対** し-7.5ボルトを発生する。これらの2つの電圧は、 ライン (図示せず) によりA/D486、および増幅器 578に伝えられる。これらの負の電圧は、同一薄膜基 準抵抗器のネットワークとOP27GZオペアンプ(図 示せず)を使用して発生される。操作増幅器578のた めのゲイン設定抵抗器は、また一体化された超低ドリフ ト薄膜整合抵抗器である。

【0162】制御ファームウェア、制御エレクトロニクスおよびブロックの設計は、PCRプロトコルのウェル対ウェル、および計器対計器の輸送性が可能であるように設計される。処理能力の高い実験室は、実験室の広い範囲の人員に使用容易であり、かつ必要とする訓練が最小である計器を使用している。本発明のためのソフトウ

ェアは、複雑なPCRサーモサイクリングのプロトコルを取り扱うと同時に、プログラムが容易であるように開発された。さらに、それは電力の中断の間の試料の統合性を保証するような安全装置をもって提供され、そして安全な記憶装置の中に各ランの詳細な事象を書き込むととができる。

【0163】システムが適切に作動していることを保証 するために、図54~図57に示したパワーアップ自己 検査を完結した後、本発明のユーザインタフェースは、 ファイルを実行し、作成しまたは編集し、或いはユーテ ィリティファンクションをアクセスするようにユーザを 案内する、簡単なトップレベルのメニューを提供する。 プログラミングの技能は要求されない。なぜなら、前以 て存在する不足のファイルは個別化した時間および温度 を使用して編集し、次いで後の使用のために記憶装置に 記憶することができるからである。ファイル保護システ ムが許可なくプログラムを変更させることを防止するフ ァイルは、通常、所望の温度を保持するか、あるいはサ ーモサイクリングするための一連の命令から成る。複雑 なプログラムは、ファイルを一緒にリンクしてある方法 を形成することによってつくられる。共通に使用される ファイル、例えば、サーモサイクル後の4℃保温培養 (インキュベーション)は、他のユーザにより作成され た方法に、記憶され、そして組み込むことができる。新 しい型のファイル、AUTOファイルはPCRサイクリ ングプログラムであり、パラメータを制御するいくつか の型の変化、つまり時間の増加(オートセグメントの伸 長、収率の増大するため)、時間の減少、または温度の 増加または減少が各サイクルを起こすかを特定できるよ うになっている。最高の制御精度および最も信頼性があ る方法の転送のために、温度は0.1℃で安定してお り、そして時間は最も近い秒にプログラミングされる。 本発明は1回の実行中に1つまたは2つ以上の設定点に おいて、特定したサイクルにおける試薬の添加および管 の取り出しのための、定期的PAUSEをプログラミン グする能力を有する。

【0164】本発明のシステムは、各実行について500の記録履歴を記憶する能力を有する。この特徴により、各サイクルにおいて個々のステップを見直し、そして不規則性に関する特別の状態または誤まったメッセージを知らせることができる。オプショナルのプリンタを使用して、本発明はファイルおよび方法のパラメータ、時間/日付のスタンプを有する実行時間、時間/温度のデータ、形状パラメータ、および分類されたファイルの記録のハードコピーを提供する。

【0165】再現性あるサーモサイクリングを保証するために、演算された試料の温度は各サイクルのランプ制御期間および保持制御期間の間に表示される。セットした温度より1度低い温度を通常使用してランブ時間および保持時間のクロックをトリガするが、これはユーザに

より変更することができる。管の型および体積についての適切な時間を使用すると、長いまたは短い保温培養時間がプログラミングされるかどうかに無関係に、試料は、常に、同一精度で所望の温度に到達する。ユーザは変性されたプライマーブールの特殊化されたアニーリングの要件、または非常にGCに富んだ標的のための非常に短い(1~5秒)高温の変性についてゆっくりしたランプをプログラミングすることができる。情報(インテリジェント)の欠乏は2および3温度のPCRサイクルについて前以てプログラミングされる。

【0166】診断試験をアクセスして、加熱および冷却のシステムの状態をチェックすることができる。なぜなら、ソフトウェアが成功/失敗を表示するからである。さらに、システム実行のプログラムは、包括的なサブシステムの評価を実施し、そして簡単に状態を表示する。制御ファームウェアは、以下に列挙するいくつかのセクションから構成される:

- 診断
- 較正
- 導入(インストール)
- 実時間運用システム
- システムを管理する9つの序列化されたタスク
- 起動シーケンス
- ユーザインタフェース

ファームウェアの種々のセクションを、原文通りの記述、 擬似コードまたは両者で記述する。

【0167】ファームウェアの特徴は、次の通りであ ス・

- 1. 試料ブロック平均温度を+/-0.1℃に管理すると共に試料ブロック中のウェルの間の温度の不均一性を+/-0.5℃内に維持する制御システム。
- 2. ライン電圧の変動、並びに電子温度ドリフト量を測定し、補償する温度制御システム。
- 3. システムの各要素が作動しているか否かを、決定する広範なパワーアップ診断。
- 4. 加熱および冷却のシステムが適切に動作しているか 否かを評価する、導入(インストール)プログラムにお ける包括的な診断。
- 5. オペレーターのマニュアルの使用を最小にして計器の操作を可能とするメニューシステムを使用する、論理、および編成されたユーザのインタフェース。
- 6. 17までのPCRプロトコルをリンクして、それらを1つの方法として記憶する能力。
- 7. 150までのPCRプロトコル、および方法をユーザのインタフェースの中に記憶する能力。
- 8. シーケンスタスクの一部分として前回の実行の500までの事象をレコードする履歴ファイル。
- 【0168】9. 最高温度の精度、および制御のため に、実行開始の反応体積および管の寸法、型をユーザの インタフェースの一部分として決定し、PIDタスクに

おけるタウ(管の時間定数)を変更する能力。

10. 停電から回復するまで、システムは試料ブロックを4℃に維持して、試料隔室の中に入れる試料を保管する。アナライザーは、また、シーケンスタスクの一部分として停電の期間を表示する。

11. 履歴ファイルの内容、「実行時間」パラメータ、 および記憶されたPCRプロトコルのパラメータをプリ ントタスクの一部としてプリントする能力。

下に記載する診断のいくつかのレベルが存在する:一連のパワーアップ試験は、計器がオンにされる毎に、自動的に実施される。それらはユーザの介在なしにハードウェアのクリティカル領域を評価する。成分の故障を検出するテストを再び実行することができる。テストが2回失敗した場合、エラーのメッセージは表示され、そしてキーボードは電子的にロックされて、ユーザが続けるのを防止する。

【0169】次の領域を試験する

プログラム可能な周辺インタフェース装置

バッテリーRAM装置

バッテリーRAM検査合計

EPROM装置

プログラム可能なインタフェースタイマ装置

クロック/カレンダー装置

プログラム可能な遮断制御装置

アナログ対ディジタルセクション

温度センサー

適切な構成プラグの検証

【0170】一連のサービスオンリー診断は、製造業者の場所における最後のテスターに、あるいは「隠れた」キーストロークシーケンス(すなわち、カスタマーに未知の)によりフィールドサービスエンジニアにとって利用可能である。試験の多くは、99回まで連続的に実行することができる以外、診断を開始するときの試験と同一である。

【0171】次の領域を試験する

プログラム可能な周辺インタフェース装置

バッテリーRAM装置

バッテリーRAM検査合計

EPROM装置

プログラム可能なインタフェースタイマ装置

クロック/カレンダー装置

プログラム可能な遮断制御装置

アナログ対ディジタルセクション

RS-232セクション

ディスプレイセクション

キーボード

ビーバー

除冷弁

EPROM不一致のチェック ファームウェアのパージョンレベル

バッテリーRAM検査合計および初期化 自動開始プログラムフラッグ 較正フラッグのクリア 加熱されたカバーヒータおよび制御回路 端部ヒータおよび制御回路 マニホールドヒータおよび制御回路 中央ヒータおよび制御回路 試料ブロックの熱的カットオフ試験 加熱されたカバーの熱的カットオフ試験

【0172】ユーザの診断を使用して急速な冷却、加熱ランプの検証、および加熱、冷却システムの広範な検証を実施することができる。これらの診断により、前回の実行において生じた事象の順次記録である履歴ファイルを検査することができる。該記録は、時間、温度、設定点の数、サイクルの数、プログラムの数および状態のメッセージを包含する。

【0173】遠隔診断により、RS-232ポートを介 して外部のコンピュータからシステムを制御することが できる。該制御は、サービスの診断と計器の較正のみに 限定される。種々のパラメータ、例えば、ヒータの抵抗 等を決定するための校正を実施する。較正スクリーンに 対するアクセスは、「隠れた」キーシーケンス(すなわ ち、カスタマーに未知である)により制限定される。次 のパラメータを較正する: 構成プラグは、冷却装置と、 試料ブロックヒータと、冷却液ポンプと、適切な電圧、 周波数(100V/50Hz, 100/60Hz, 120/ 60Hz. 220/50Hzまたは230/50Hz) の電源 とを再配線するモジュールである。ユーザは、導入した 構成プラグの型を入力する。ファームウェアは、この情 報を使用して試料ブロックのヒータの等価抵抗を演算す る。パワーアップに際し該システムは、選択された構成 ブラグが電流ラインの電圧および周波数と一致している ととを検証する。

【0174】ヒータの抵抗は、供給されるヒータ電力を正確に演算できるように、校正プロセスにおいて決定しなくてはならない。ユーザは6つの試料プロックヒータ(2つの主ヒータ、2つのマニホールドヒータおよび2つの端部ヒータ)の実際の抵抗値を入力する。構成プラグは、ヒータを220/230VACオペレーションについて直列に、そして100~120VACオペレーションについて並列に配線する。ファームウェアは、次の式により3つのヒータの各々の同等の抵抗を演算する:(7)100~120VACについて:R。。=(R,*R。)/R、+R。

 $(8) 220 \sim 230 \text{ VAC}$ について: $R_{eq} = R_1 + R_2$

) 佐瓜がたとは日とで計划でロックへの正確か加熱卵力を

等価抵抗を使用して試料ブロックへの正確な加熱電力を 導く(電力=電圧'×抵抗)。

【0175】A/D回路の校正は、温度を正確に測定できるようにするために必要である。該校正は2つの試験

点の電圧(CPUボード上のTP6およびTP7)を測 定し、そして測定された電圧を入力することによって実 施される。各電圧におけるA/Dの出力は2点の校正曲 線の基礎をなす。これらの電圧は、5ボルトの精密電源 から導かれ、正確であり、そして温度依存性がある。各 実行の開始において、これらの電圧は温度による電子的 ドリフトを測定するシステムにより読まれる。なぜな ら、A/D出力の変化はアナログチェイン(マルチプレ クサ、アナログ増幅およびA/Dコンバータ)における 温度依存性を有するからである。4つの温度センサー (試料ブロック、周囲、冷却液および加熱されたカバ ー)の校正は、正確な温度測定について実施される。計 器の中へ設置する前に、周囲、冷却液および加熱された カバーの温度センサーは水浴の中に配置され、ここでそ れらの出力は記録される(YYYYmvにおけるXX. X ℃)。次いで、これらの値をシステムに入力する。これ らの領域における温度の精度は重大ではないので、1点 の校正曲線を使用する。

【0176】試料ブロックのセンサーを計器中で校正す る。15の正確な温度プローブの配列は、好ましい実施 態様において試料ブロックの中に計画的に配置する。温 度プローブの出力を集め、そしてコンピュータにより平 均する。ファームウェアはブロックが40℃となるよう に指令を出す。短い安定化期間後、15のプローブによ り測定された温度の平均のブロック温度を入力する。と の手順を95℃において反復して2点の校正曲線を形成 する。AC対DCライン電圧のサンプリング回路の校正 は、2点の校正曲線を形成する2つの所定のAC入力電 圧についてのAC対DC回路の出力をシステムに入力す ることによって実施される。回路の出力は要求される範 囲(90~260VAC)にわたって非線型であり、し たがって各端(100, 120, 220, 240 VA C) において2点を必要とするが、電流入力電圧に基づ いて1セットを使用する。

【0177】AC電圧の正確な測定値は、正確な電力を試料ブロックへ供給するために必要である(電力=電圧 × 抵抗)。導入プログラムは、冷却および加熱システムの広範な試験を実施する診断道具である。導入プログラムの測定値および演算値は、冷却熱伝導係数、10℃および20℃における冷却電力、試料ブロックの熱容量と、冷却液の容量、および試料ブロックのセンサー遅れを制御する。導入プログラムの目的は以下の3点である。

- 1. 限界の或いは故障の成分を明らかにする。
- 2. 測定された値のいくつかをバッテリーバックアップ RAMの中に記憶されたシステム定数として使用して、 所定の計器についての制御システムを最適化する。
- 3. 経時的加熱および冷却システムの規模縮小を測定する。
- 【0178】システムを輸送する前に、導入プログラム

を実行すると共に、使用前に、或いは主要な成分が置換されたときはいつでも実行すべきである。導入プログラムは、また、ユーザの診断の下でユーザにより実行可能である。ヒータのピング試験により、ヒータが電流ライン電圧に対して適切に構成されることを検証する(すなわち、90~132VACについて並列および208~264VACについて直列)。ファームウェアは1パーストの電力を試料ブロックに供給し、次いで10秒間の温度上昇をモニターする。温度上昇が特定したランブ速度のウインドー外にあるならば、ヒータは電流ライン電圧について不正確に配線されており、導入プロセスは停止される。

【0179】制御冷却熱伝導係数試験は試料ブロックを 横切る制御冷却バッセージへの熱伝導係数Kccを測定す る。この試験はまず試料ブロック温度を60℃とし(除 冷弁を閉じる)、次いでブロックを30秒間60℃に維 持するために要求されるヒータ電力を積分する。積分さ れた電力を前記時間間隔におけるブロック温度と冷却被 温度との間の差の合計で割る。

(9) K_{cc} = Σヒータ電力 (60°C) / Σ (ブロック冷 却液温度)

典型的な値は1.40~1.55ワット/℃である。低いKccは内張の閉塞を示す。高いKccは、完全に閉じていない除冷弁、内張の外側への冷却液の漏れ、または内張が外れているためであることが考えられる。

【0180】ブロックの熱容量(Blk Cp)試験は、まずブロックを35℃に制御し、次いで最大電力をヒータへ20秒間加えることにより、試料ブロックの熱容量を測定して実施される。試料ブロックの熱容量は、積分された電力/ブロック温度の差に等しい。精度を増加するために、バイアス冷却の電力の作用は増加された電力から減ずる。

(10)ブロックの熱容量=ランブ時間*(ヒータ電力 −制御冷却電力)/∆温度

ととで、

ランプ時間=20秒、

ヒータ電力=500ワット、

制御冷却電力= (Σブロック温度 - 冷却液温度) * K_{cc} Δ温度= ブロック温度_{t-10} - ブロック温度_{t-1}

ブロックの熱容量の典型的な値は540ワット秒/℃±30である。正常のKcc値の場合、ブロックの熱容量の増加は例えば、フォームのバッキング中の湿気、試料ブロックの回りの絶縁損失、またはヒータ電力の減少等の熱的負荷の増加のためであり、前記ヒータ電力の減少は、例えば、6個のヒータゾーンの1つの故障、ヒータゾーンを推進する電子回路の故障、或いは不正確さ、不正確に配線されている電圧構成モジュール等による。

【0181】冷却テストは、10℃および18℃におけるシステム冷却出力(ワット)を測定する。所定の温度におけるシステム冷却電力または冷却出力は、その温度

における熱的負荷の合計に等しい。主な成分は次の通りである。1. 所定の温度にブロックを維持するために要求される加熱電力、2. システムの回りに冷却液を循環させるために使用されるポンプが放散する動力、および3. 冷却液ラインにおける周囲への損失。電力パラメータは、冷却液の温度を10℃または18℃に制御し、そして32秒間にわたって一定の冷却液温度に維持するために加えられる電力を積分することによって測定させる。ブロック温度と冷却液温度との間の差を積分して周囲温度への損失を演算する。

(11) 冷却温度 = Σ加熱電力+ポンプ動力+(周囲への熱伝導係数*Σ(ブロックの温度 - 冷却液の温度)) ことで、

加熱電力 = 冷却液を10 ℃または18 ℃に32 秒の時間 にわたって維持するために要求される加熱電力の合計 ポンプ動力 = 循環ポンプの動力であって12 ワット 周囲への熱伝導係数 = 20 ワット / ℃

Σ (ブロックの温度 - 冷却液の温度) = 32秒の時間に わたるブロックおよび冷却液温度の差の合計

【0182】冷却電力のための典型的な値は、10℃において230ワット±40および18℃において370ワット±30である。低い冷却電力は、ファン通路の障害、欠陥のあるファン、または冷却装置の限界、或いは故障のためである。それは、また、電圧構成プラグの誤配線であることがある。除冷熱伝導係数(K。)試験は、10℃および18℃における試験ブロックを横切る除冷経路および制御冷却経路への熱伝導係数の測定により実施される。このテストは、まず冷却液温度を10℃または18℃に制御し、次いで、30秒間所定の温度に冷却液を維持するために要求される加熱電力をその時間にわたるブロック温度および冷却液温度の差を積分した値で除することによって実施される。

(12)除冷熱伝導係数(K_c)=Σ加熱電力/Σ(ブロック温度-冷却液温度)

K、について典型的な値は、10 °Cにおいて28 ワット / °C±10 °C、18 °Cにおいて31 ワット / °C±3 °Cである。K、の値が小さいときは、除冷弁が閉じられている場合や閉塞している場合、冷却液管に障害がある場合、ポンプが小さい場合、あるいは硬水にプレストン(登録商標)が混合されている場合が考えられる。

【0183】センサー遅れ試験は、まずブロック温度を35℃に制御し、次いで500ワットのヒータ電力を2秒間加え、そしてブロックを1℃上昇するために要求される時間を測定することによって、ブロックセンサー遅れを測定する。典型的な値は13~16単位てあり、ここで各単位は200ミリ秒に等しい。遅いまたは長いセンサー遅れは、センサーとブロックとの間接触不良、例えば、熱的グリースの欠如、センサー用に備えられた空洞の劣った機械加工またはセンサーの故障のためであることがある。

1

【0184】残りの導入試験は一般的に導入プログラム により実行されるがそれらの診断目的は制限される。と 言うのはそれらは、計算された値であるか、あるいは多 数の変数を有する関数であるため、それらの結果が問題 の根源を正確に決定しない関数であるためである。導入 プログラムは18℃と10℃との間の除冷熱伝導係数の 勾配(S。)を計算する。それは熱伝導係数曲線の直線 性の測定である。それは、また、0℃における除冷熱伝 導係数を概算するために使用する。典型的な値は0.4 0±0.2である。値の広がりは、それが正に近似値で あることを証明している。

 $(13) S_c = (Kc_{10}, -Kc_{10},) / (18^{\circ}C)$ -10°C)

導入プログラムは、また、冷却熱伝導係数(Ka)を計 算する。K。は0℃における冷却熱伝導係数であり、1 0℃における実際のコンダクタンスから外挿される。典 型的な値は23ワット/C±5である。使用した式は次 の通りである:

 $(14) K_{co} = K c_{10} \cdot - (S c * 10 °C)$

導入プログラムは、また、冷却液熱容量(Cool C

p)を計算し、この冷却液熱容量は、冷却液の全経路 (冷却液、ポンピングライン、熱交換器、および弁)の 熱容量の近似値である。冷却容量は、冷却液の中に熱を 送る成分から冷却液から熱を除去する成分を減じた値に 等しい。とれらの成分を測定し、そして計算するために 使用される機械は複雑であり、そしてソースコードの説 明のセクションにおいて詳細に記載する。との測定にお*

*いて、冷却液は10℃において安定化している。最大ヒ ータ電力を128秒間試料ブロックに加える。

(15)冷却液の熱容量=加熱源-冷却液源

(16) 冷却液の熱容量=加熱電力+ポンプ動力+周囲 への熱伝導係数*(Σ周囲温度-Σ冷却液温度)

-ブロックの熱容量*(ブロック温度:。-ブロック温 度t-128)

-ブロック温度:。とブロック温度:-128 との間の平均 冷却電力

【0185】ヒータピング試験擬似コード:ヒータピン グ試験は、ヒータが電流ライン電圧のために適切に配線 されていることを検証する。試料ブロックおよび冷却液 を既知で安定な点にする。除冷弁をオンにする。ブロッ クと冷却液が5°C以下になるのを待つ除冷弁をオフにす るブロック温度の低下を10秒測定することによって、 制御冷却の冷却効果を測定する。測定を行う前に安定さ せるために10秒待つ。

wait 10 seconds

templ=block temperature

wait 10 seconds

temp2=block temperature

 $\{tempa\} = temp2 - temp1$

実際に測定したライン電圧を含有する変数{linev olts)を検査する。190Vより大きいライン電圧 について75ワットで、あるいは140Vより小さい場 合300ワットでヒータをパルスする。

(17) heat_rate = {tempb} - {te

heat_rateを評価する。220~230Vにつ

いて、加熱速度は0.30°/秒より小さくなければな

らない。100~120Vについて、加熱速度は0.3

if ({linevolts}>190 Volts) then deliver 75 watts to heater

deliver 300 watts to heater

10秒間時間上昇を測定する。この結果は0.01 / ※真の加熱速度を計算する。 秒の平均の加熱速度である。

templ=block temperature wait 10 seconds

temp2=block temperature $\{tempb\} = temp2 - temp1$

制御冷却効果から平均加熱速度 { t e m p b } を減じて※ 0秒より大きくなければならない。

0.30°/second) then

Error->Heaters wired for 120

Lock up keyboard

if (linevoltage=120V and heat_rate<

if (linevoltage=220V and heat_rate>

0.30'/second) then

Error->Heaters wired for 220

Lock up keyboard

KCC試験擬似コード: との試験はKccとしても知られ ている制御冷却コンダクタンスを測定する。

【0186】Kょを60℃のブロック温度において測定 される。ブロックを60℃に加熱。ブロック温度を60

℃に300秒間維持。試料ブロックのヒータへの印加電 力を30秒間積分。ブロック温度を制御冷却バイアスで 維持するために要求される電力を測定しかつ積分。

```
{dt_sum}
                            =0(デルタ温度の合計)
             {main_pwr_sum} = 0 (主ヒータ電力の合計)
             {aux pwr sum} = 0 (補助ヒータの電力の合計)
            for (count = 1 to 30)
             \{dt\_sum\} = \{dt\_sum\} + \{block\ temperatu\}
          re-coolant temperature)
            wait 1 sec
主ヒータおよび補助ヒータへの印加電力を積算。実際の
                              *計がされる。
コードはPID制御タスクにあり、200ミリ秒毎に合*
             \{main pwr sum\} = \{main pwr sum\} + \{auc\}
          ual_power}
             \{aux pwr\_sum\} = \{aux\_pwr\_sum\} + \{aux1\_
          actual + {aux2_actual}
電力の合計値を温度の合計で割ることによってコンダク
                              ※℃に加熱。ブロック温度を35℃に5秒間を制御し、そ
タンスを計算。単位は10 mW/℃であることに注意。
                               して初期温度を記憶。
                               initial_temp=ブロック温度
(18) K_{cc} = (\{main\_pwr\_sum\} + \{a\}\}
                               最大電力をヒータに20秒間通電し、その間ブロック温
ux_pwr_sum})/{dt sum}
                               度対冷却液温度の差ならびにヒータ電力を合計。
BLOCK CP試験擬似コード: このテストは試料ブ
ロックの熱容量を測定するものである。ブロックを35%
            500ワット付与
             \{dt sum\} = 0
             for (count=1 to 20 seconds)
               \{dt\_sum\} = \{dt\_sum\} + \{block\ tempera\}
          ture-coolant temperature)
               wait 1 second
(19) delta_temp=block temp
                              ★することで容量を算出。
erature-initial temp
                               (21) Block Cp=ramptime*(he
ランプ制御の間の冷却制御系に基づく冷却電力のジュー
                                ater power-cool_joule)/de
                                lta temp
ル熱を算出。
                               ここで:ramptime=20秒
(20) cool_joule=control co
                                heater power=5000v
oling conductance (K_{cc}) * \{dt\}
                                【0187】COOL PWR 10: このテストは<u>冷</u>
sum)
                                却電力を10度で測定するものである。冷却液温度を1
主ヒータおよび冷却制御系からブロックへ加えられる全
ジュール熱を算出。インターバル間での温度変化で割算★ 0℃に制御し、かつ120秒間安定化とせよ。
            count = 120
             do while (count!=0)
                if (coolant temperature = 10 \pm 0.5°C)
                then
                count = count - 1
             else
                count = 120
             wait 1 second
との時点において、冷却液は120秒の間10℃に維持
                                冷却液温度を維持するための印加電力を積分。
され、安定化が得られた。32秒にわたって、10℃の
```

```
=coolant temperatu
             {cool_init}
                               rе
             (main pwr sum)
                              = 0
             {aux_pwr_sum}
             {delta temp_sum} = 0
             for (count=1 to 32)
              {
主ヒータおよび補助ヒータ加えた電力を積算。実際のコ**ードは制御タスクにある。
             {main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + actu
                             al_power
             \{aux\_pwr\_sum\} = \{aux\_pwr\_sum\} + aux1\_
                             actual+aux2_actual
            delta_temp_sum=delta_temp_sum+ (amb
                             ient temp-coolant t
                             emp)
            wait 1 second
【0188】積分間隔の間に冷却液質量に印加されたエ
                              ※ PUMP PWR = 12 ワット(冷却液の循環用のポン
ネルギーのジュール数を計算。「(coolant t
                               プ)
emp-cool init)」は積分インターバル間
                               delta_temp_sum=summation
                               of amb-coolant over inter
の冷却液温度の変化である。550はジュールで表わし
た冷却液のCpであり、従って積はジュールで表わされ
                               val
る。との積は冷却液に添加される余剰の熱を表し、この
                               K AMB=20ワット/K(冷却系から周囲への熱コ
                               ンダクタンス)
余剰の熱が冷却液を積分インターバル間に設定点からド
                               【0189】KC 10テスト擬似コード: このテスト
リフトせしめる。との誤差は冷却電力の計算前に加えら
                               は10℃でのランプ制御冷却コンダクタンスを計測する
れた熱の合計から減算される。
(22) cool init = (coolant te
                               ものである。冷却液温度を10℃±0.5に制御し、C
mp-cool init) *550J
                               の状態を10秒間安定化。この時点において、冷却液は
                               設定点をとり、この点に制御される。30秒の時間間隔
主電力の合計を補助ヒータの合計に添加して、32秒間
                               にわたって、冷却液温度を10℃に維持するためにヒー
に失われるジュール熱を得る。32で割って毎秒の平均
                               タに加えられている電力を積分。ブロック温度と冷却液
ジュール熱を得る。
(23) {main pwr_sum} = ({main
                               温度との間の差を合計。
                                     \{main\_pwr\_sum\} = 0
pwr sum) + {aux_pwr_sum} - c
                                     \{aux_pwr_sum\} = 0
ool init)/32
                                    \{dt sum\} = 0
すべての冷却電力成分を合計することによって、10℃
                                    for (count=1 to 30)
における冷却電力を計算する。
(24) Power<sub>10</sub>°C=main_power_su
                               主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電力を積算。実
m+PUMP PWR+(K AMB*delta_t
emp_sum)
                               際のコードはPID制御タスクにあり。
                               [0190]
ててで:
{main_pwr_sum} = インターバル間でのヒ
ータ電力の合計
             {main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + aucu
                             al power
             \{aux\_pwr\_sum\} = \{aux\_pwr\_sum\} + auxl\_a
                            ctual+aux2_actual
             \{dt\_sum\} = \{dt\_sum\} + \{block\ temperatu\}
                       re-coolant temp)
             wait 1 second
            }
```

```
積算期間にわたってブロックに供給されたエネルギー (ジュール)を計算する。単位は0.1 ワットである。 (25) {main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + {aux_pwr_sum} ブロックによる電力合計を冷却液温度の合計で割って、ランプ制御冷却コンダクタンス(100mw/K)を得る。
```

```
* (26) Kc_10= {main_pwr_sum} / {dt_sum} / {dt_sum} {0191} COOL_PWRテスト擬似コード: このテストは冷却電力を18℃で測定するものである。 試料ブロックおよび冷却液を既知の安定な点にする。 冷却液温度を18℃に制御し、この状態を128秒間安定に保っ。
```

```
count = 128
do while (count!=0)
{
   if (coolant temperature=18°C±0.5) t
hen
        count=count-1
   else
        count=120
   wait 1 second
}
```

この時点において、冷却液は18℃に120秒間維持され、安定化された。32秒にわたって、18℃の冷却液※

※温度を維持するために加えられる電力を積分。

```
{cool_init} = coolant temperatu re 

{main_pwr_sum} = 0 

{aux_pwr_sum} = 0 

{delta_temp_sum} = 0 

for (count=1 to 32)
```

主ヒータおよび補助ヒータ加えられる電力を積算。実際 ★【0192】 のコードは制御タスクにある。 ★

{main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + actu
al_power
{aux_pwr_sum} = {aux_pwr_sum} + aux1_
actual + aux2_actual

delta_temp_sum=delta_temp_sum+ (amb ient temp-coolant temp)
wait 1 second

積分間隔の間に冷却液質量に添加されたエネルギーのジュール数を計算する。「(coolant temp-cool_init)」は積分インターバル間の冷却液温度の変化である。550は冷却液のCp(ジュール)であり、従ってこの積はジュールを表わす。この積は冷却液に添加され余剰の熱を表し、これは冷却液を積分インターバル間に設定点からドリフトさせる。この誤差は冷却液電力の計算前に加えられた合計の熱から減算される。

(27) cool_init=(coolant temp-cool_init)*550J 主電力の合計を補助ヒータの合計に加算して、32秒で 失われたジュール熱を得る。32で割って毎秒の平均ジュールを得る。 (28) {main_pwr_sum} = ({main_pwr_sum}) + (aux_pwr_sum) - cool_init) / 32
すべての冷却電力成分を合計することによって、18℃

(29) Power_s.C=main_power_sum+PUMP PWR+(K_AMB*delta_temp_sum)

ててで:

における冷却電力を計算。

{main_pwr_sum} = インターバルでのヒー タ電力の合計

PUMP PWR=12ワット、冷却液循環用ポンプ delta_temp_sum=インターバル間でのamb-coolantの合計

```
K AMB=20ワット/K(冷却系から周囲への熱的
コンダクタンス)
```

【0193】 KC 18テスト擬似コード: このテスト はランプ冷却コンダクタンスを18℃で測定するもので ある。冷却液温度を18℃±0.5に制御し、との状態 を10秒間安定とする。この時点において、冷却液は設 定点にあり、との点に制御される。30秒の時間インタ ーバルにわたって、冷却液温度を18℃に維持するため にヒータに加えられている電力を積分。ブロック温度と*

```
*冷却液温度との間の差を合計。
```

```
\{main\_pwr\_sum\} = 0
\{aux_pwr_sum\} = 0
{dt_sum}
                 =0
for(count=1 to 30)
```

【0194】主ヒータおよび補助ヒータに加えられる電 力を積算。実際のコードは制御タスクにあり。

```
{main_pwr_sum} = {main_pwr_sum} + aucu
al_power
  \{aux\_pwr\_sum\} = \{aux\_pwr\_sum\} + auxl\_a
ctual+aux2_actual
  \{dt\_sum\} = \{dt\_sum\} + (block temperatu
re-coolant temp)
  wait 1 second
```

合計期間にわたってブロックに供給されたエネルギー (ジュール)を計算する。単位は0.1ワットである。 (30) {main_pwr_sum} = {main_ pwr sum) + {aux pwr sum} 電力合計をブロック温度-冷却液温度の合計で割って、 ランプ制御冷却コンダクタンス(100mW/K)を得

```
(31) Kc_18 = {main_pwr_sum} /
{dt sum}
```

SENLAGテスト擬似コード: このテストは試料ブロ※

```
※ックの検出遅れを測定する。
```

【0195】ブロックを25℃する。±0.2℃内に2 0秒間保持し、次いでブロック温度を記憶。

{tempa} = block temperature 500ワットの電力を試料ブロックに供給。次の2秒間 500ワットの電力を加え、そしてブロック温度を1℃ 増加するためのループを取る繰り返しの量をカウントす る。各ループの繰り返しを200ミリ秒毎に実行し、そ の結果実際の検出遅れはcount×200ミリ秒に等 しくなる。

```
secs=0
  count=0
  do while (TRUE)
    if(secs > = 2 seconds) then
      shut heaters off
    if (block temperature-tempa>1.0℃)
then
      exit while loop
    count = count + 1
    }
  end do while
  sensor lag=count
```

体の冷却液容量を計算する。冷却液温度を 10°C±0. 5に安定化せよ。メッセージをPID制御タスクに送 り、冷却液温度をその現在の値(約10℃)から18℃★

冷却液<u>CPテスト擬似コード</u>:とのテストはシステム全 ★にまで直線的に変化させる。冷却液が12℃を横切るの を待機することで、冷却液のCPの直線傾斜的変化を常 に同一温度で開始させ、傾斜特性の開始を明瞭とさせ る。初期周囲およびブロック温度に注意。

```
do with (coolant temperature < 12°C)
  wait 1 second
{blk_delta} = block temperature
{h2o_delta} = coolant temperature
```

次の2分間、冷却液温度が18℃にまで直線的に変化す * 差を合計。 る間、冷却液温度および周囲温度と冷却液温度との間の*

```
{temp_sum} = 0
{cool_sum} = 0
for (count 1 to 128 seconds)
{
(32) {cool_sum} = cool_temp_sum + coolant
    temperature.
(33) {temp_sum} = ambient-coolant tempe
    rature
    wait 1 second
    count = count +
```

2分の期間にわたる温度変化を計算。

(34) {blk_delta} = block tem perature- {blk_delta}

(35) {h2o_delta} = coolant t emperature - {h2o_delta} KChill、すなわち、10℃~20℃の冷却液範囲

に かたる 冷却液温度をもつ冷却電力の変化速度を計算する。 単位は ワット / 10℃であることに注意。

(36) KChill= (Chiller Pwr @ 18℃-Chiller Pwr @ 10℃) ※

※ランプ冷却コンダクタンス対18℃と10℃の温度範囲の勾配であるScを計算する。単位はワット/10℃/10℃である。

(37) Sc=(Kc_18-Kc810) /8 ランプ冷却コンダクタンスの0°Cでの外挿値であるKc 0、を計算。

(38) Kc_0=Kc_10-(Sc*10) 冷却液のCpであるCp_Coolを次の式により計算 する:

```
(39) Cp_Cool = (HEATPOWER*128+PUMP_PWR*

128

-Pwr_0*C*128

-Block_Cp*blk_delta

+K_AMB*temp_sum

-KChill*cool_temp_sum)/h

2o_delta}
```

ととで、

HEATPOWER=500W (ブロックを加温し冷却液を加熱するために印加される電力。熱間隔は128秒であったので、それに128を掛算する)

PUMP_PWR=12W(冷却液を循環させるポンプ の電力×128秒)

Pwr 0°C=0°Cにおける冷却電力×128秒、

Block Cp=試料ブロックの熱容量、

 $b \mid k _ d e \mid t \mid a = m 熱$ インターバル間のブロック温度の変化、

K_AMB=20ワット/K(冷却系から周囲への熱的 コンダクタンス)、

 $temp_sum = そのインターバルでの周囲温度 - 冷却液温度の<math>1回/秒$ の合計、

h 2 o _ d e l t a = 加熱 (ほぼ6°C) の間隔にわたる 冷却液温度の変化、

KChill=冷却電力対冷却液温度の勾配、

cool_sum=加熱間隔にわたる、冷却液温度、1回/秒、の合計。

実時間オペレーションシステム-CRETIN

CRETINは、タスクと呼ぶ他のソフトウェアのモジ ュールヘシステムサービスを提供するスタンドアロン、 マルチタスキングのカーネルである。タスクはInte 18085アセンブラーの中に書き込まれたある時間ク リティカル領域をもつ「C」ランゲージで書き込まれ る。各タスクはプライオリティレベルを有し、そして独 立のファンクションを提供する。CRETINは、スタ ートアップ診断が首尾よく実行された後の、低い記憶お よびランにある。CRETINはタスクのスケジューリ ングを取り扱い、そして一度に1タスク/ランのみを可 能とする。CRETINは、すべてのハードウェアの割 り込みを受けとり、こうして適切な割り込みが受けとら れたとき、待つタスクを実行させる。CRETINは実 時間クロックを提供して、タスクがタイムド事象を待つ か、あるいは既知の間隔の間ボーズすることができるよ うにする。CRETINは、また、メッセージノードの システムを通るタスク間コミュニケーションのコミュニ ケーションを提供する。ファームウェアは、下記にプラ イオリティの順序で以下に簡単に記載する9つのタスク から構成されている。引き続くセクションは各タスクを

より詳細に記載する。

【0196】1. 制御タスク(PID)は試料ブロック 温度を制御する。

- 2. キーボードタスクはキーパッドからのキーボードの 入力を処理する。
- 3. タイマのタスクは半分の第2ハードウェアの割り込みを待ち、次いでウェイクアップメッセージを両者のシーケンスおよびディスプレイタスクに送る。
- 4. シーケンスのタスクはユーザのプログラムを実行する.

【0197】5. ポーズのタスクは、プログラムが実行されているとき、プログラミングした、キーバッドのポーズを取り扱う。

- 6. ディスプレイのタスクは実時間で表示を更新する。7. プリンタのタスクはRS-232のボートのコミュニケーションおよびブリントを取り扱う。
- 【0198】8. LEDタスクは加熱LEDを推進する。それは、また、導入を実行しているとき、冷却液温度の制御に使用される。
- 9. リンクのタスクはキーストロークをシュミレーションすることによってある方法を一緒にリンクされるファイルを開始する。

ブロック温度制御プログラム(PIDタスク)

比例整数部差分(PID)タスクは、絶対試料ブロック 温度を0.1℃対応に制御しならびに、より多くの加熱 電力をブロックの周辺に加えてガードバンドのへりを通る損失を補償することによって、試料ブロック温度の不均一性(TNU、最も熱いウェルの温度 - 最も冷たいウェルの温度として定義される)を±0.5℃に制御する。PIDのタスクは、また、加熱されたカバーの温度をより少ない精度に制御する。このタスクは5回/秒を実行し、そして最高のプライオリティを有する。

【0199】試料ブロックへ供給される加熱電力または 冷却電力の量は、記憶装置に記憶されたユーザが特定し た試料温度、設定点と呼ぶ、及び現時点の計算されたサ ンプル温度と現在の試料温度の間の差または「誤差」か ら誘導される。との方式は標準のループ制御の実施を可 能とする。現在の誤差に直接比例するフィルムヒータへ の電力の寄与、すなわち、比例成分、(設定点の温度-試料ブロック温度) に加えて、計算した電力トランス は、また、静止の誤差(設定点の温度-ブロック温度く 0.5°C) に近くなる働きをする整数項を組み込む。と の成分は整数成分と呼ぶ。整数項の累積又は「ウィンド アップ」を回避するために、整数の寄与は設定点の温度 付近の小さいバンドに制限される。比例および整数成分 のゲインは、注意して選択されそしてテストされる。な ぜなら、ブロックセンサーおよび試料管に関連する時定 数は、システムの位相の余裕をきびしく制限し、よって ループの不安定性についてのポテンシャルをつくりだす からである。比例項のゲインは下記の方程式(46)に おけるPであり、そして整数項のゲインは下記の方程式 (48) におけるKiである。

【0200】PIDタスクは「制御されたオーバーシュートのアルゴリズム」を使用し、ことで試料温度がその所望の温度に出来るだけ急速に到達するように、ブロック温度はしばしばその最後の定常状態にオーバーシュートする。オーバーシュートのアルゴリズムの使用は、制御された方法でブロック温度をオーバーシュートさせるが、試料温度をオーバーシュートさせない。これは電力を節約し、そしてPCR計器において新しいと信じられる。所望のランブ速度を達成するために試料ブロックのすべてのヒータへ供給される合計の電力は、次の式により与えられる:

(40)電力= (CP/rmp_rate) +バイアス ことで、

CP=ブロックの熱的質量

バイアス=バイアスまたは制御冷却電力

rmp_rate=T_{fine1} +T_{initie1} /所望のランプ速度

この電力は安全性のために加熱電力500ワットの最大 にクランプされる。

【0201】タスクの繰り返し毎に(200毎に)、システムは次のアルゴリズムに基づいて加熱またはランプ冷却電力(必要に応じて)を供給する。制御システムは計算された試料温度により駆動される。試料温度は、試料ブロックのウェルの1つ(以後「ブロック」)の中に配置された薄い壁のプラスチック試料管中の液体の平均温度として定義される。システム(試料管およびその内容)の時定数は管の型および体積の関数である。ランの開始において、ユーザは管の型および反応体積の量を入力する。システムは生ずる時定数(でまたはtau)を計算する。マイクロアンブ(登録商標)管および100μ1の反応体積について、タウ(tau)はほぼ9秒である。

(41) $T_{b1k-new} = T_{b1k} + Power * (200 ms / CP)$

(42) $T_{\text{samp-new}} = T_{\text{samp}} + (T_{\text{blk-new}} - T_{\text{samp}})$ *200 ms/t a u

Tызк-по = 現在のブロック温度

Tык = 200ミリ秒前のブロック温度

Power=ブロックに供給した電力

CP=ブロックの熱的質量

とこで.

T,,,,,==現在の試料温度

T, ano = 200ミリ秒前の試料温度

 $t \cdot a \cdot u = t \cdot v + court の遅れについて調節した、試料管の熱的時間定数(約1.5)$

エラーの信号または温度は、単に、次に通りである:

(43) エラー=設定点-T, ..., - ...

閉じたループのシステムとして、正しい作用(加熱また

は冷却電力)は現在のエラーの部分を閉じる。以下の方程式(45)において、Fは1つの試料期間(200ms)において関じるエラー信号のフラクションである。

(44) T....,+F*(SP-T....,) CCで、SP=ユーザの設定点の温度

システムにおける大きい遅れ(長い管の時定数)のために、フラクションのFは下にセットされる。式(42) および(44)を組み合わせると:

(45) T...... = T..... + (T..... - T.....) *. 2/tau=T..... + F*(SP-T.....) 式(41) および(45) を組み合わせ、そして項P (比例項のゲイン)を加えて、ブロック温度の振動を制 限し、そしてシステムの安定性を改良すると:

(46) $Pwr = CP*P/T* ((SP-T_{samp}) * F* tau/T+T_{samp}-T_{blk})$

P=比例項のゲイン、

T=0.2秒(200ミリ秒)の試料期間、そして P/T=好ましい実施態様において1。

方程式(46)は、ガードバンドなどを通して周囲への 損失なしに、ブロック温度をある所望の温度に動かすた めに必要な電力(Pwr)を与える、理論的方程式であ る。

【0202】いったんブロックを駆動するために必要な電力が方程式(46)により決定されると、この電力はこれらのゾーンの領域によって3つのヒータゾーンの各々に供給される電力に分割される。次いで、マニホールドへの損失が決定され、そしてこれらの損失を補償するために十分な大きさを有する電力項はマニホールドのヒータゾーンへ供給すべき電力量へ加えられる。同様に、ブロックの支持ビン、ブロック温度センサーおよび周囲への電力損失を補償するために十分な他の電力項は、へりヒータゾーンへ供給すべき電力に加えられる。これらの追加の項およびゾーン領域による電力の分割は、方程式(46)を前述の方程式(3)、(4)および(5)に変換する。

【0203】方程式(46)は、試料ブロックに対して要求される加熱または冷却電力を決定するために制御システムの好ましい実施態様により使用される式である。計算された試料温度が「整数バンド」、例えば標的温度(SP)付近の±0.5℃、内にあるとき、比例項のゲインは残りのエラーを閉じるためには小さ過ぎる。したがって、整数項を比例項に加えて、小さいエラーを閉じる。整数項は整数項の外側で無能化して、大きいエラー信号が蓄積するのを防止する。「整数バンド」の内側のアルゴリズムは、次の通りである:

(47) Int_sum (new) = Int_sum (old) + (SP-T_{see})

(48) pwr_adj=Ki*Int_sum (ne w) ととで、

Int_sum=SPとTsaup温度との間の試料期間の 合計

K i = 整数ゲイン (好ましい実施態様において512)。

いったん加熱電力が計算されると、制御ソフトウェアは 好ましい実施態様に基づいて図13における3つのフィ ルムヒータゾーン254,262および256に、電力 を分布させる。へりヒータはブロック温度と周囲温度と の間の差に基づいて追加の電力を受けとる。同様に、マ ニホールドのヒータはブロック温度と冷却液温度との間 の差に基づいて追加の電力を受けとる。

PID擬似コード

システムのパワーアップまたはリセットのとき、

ランプ冷却をオフにする

すべてのヒータをオフにする

ヒータの抵抗を計算する

フェエバー命令(do forever) - 200ミリ 秒毎に実行する

(ブロック温度>105)の場合、

ヒータをオフにする

ランプ弁をオンにする

エラーメッセージを表示する

ライン電圧(linevolts)を読む

冷却液センサーを読みそして温度(h 2 o t emp)に 変換する

周囲センサーを読みそして温度(ambtemp)に変換する

加熱されたカバーのセンサーを読みそして温度 { c v r t e m p } に変換する試料ブロックのセンサーを読みそして温度 { b l k t e m p } に変換する。コードのこの部分は、また、温度安定基準電圧を読み、そしてこの電圧を計器の較正の間に決定された基準電圧と比較する。不一致が存在する場合、エレクトロニクスはドリフトしそして温度センサーからの電圧の読みは正確な温度の読みに従って調整される。試料温度 { t u b e t e n t h s } 若しくはローバスディジタルフィルターを使用して表示された獲得温度を計算する。

3

(49) tubetenths= TT_{n-1} + (TB_n - TT_{n-1}) *T/t auccc.

TT_{n-1} = 最後の試料温度(tubetenths)、TB_n = 現在のブロックセンサー温度(blktenths)、

T=試料間隔(秒)=200ミリ秒、

tau=tau管{cf_tau}-tauセンサー (cf_lag)

方程式(49)は、上の方程式(6)としてが与えられた計算した試料温度を定義する指数のテイラー級数展開の最初の項を表す。試料ブロックより下のフォームのバッキングの温度、仮想質量として知られている {pha

ntenths)、を計算する。仮想質量の温度を使用して、仮想質量を出入りする熱の流れを説明するブロックへ供給される電力を調節する。この温度はソフトウェアにおいて実施されるローパスディジタルフィルターを使用して計算される。

(50) phantenths = $TT_{n-1} + (TB_n - TT_{n-1}) *T/tau$

ととで、

 $TT_{n-1} =$ 最後の仮想質量の温度 {phantenth s}

TB_n = 現在のブロックセンサー温度 {blktent hs}、

T=試料間隔(秒)=200ミリ秒、

tauross=フォームブロックのtau=30秒。

【0204】試料温度のエラー(試料温度と設定点温度との間の差)(abs_tubeerr)を計算する。ランプ方向(fast_ramp)=UP_RAMPまたはDN RAMPを決定する

(試料温度が設定点 (SP) のERR内にある) 場合、 PIDは速い転移モードではない。 {fast_ram p} = OFF

ことでERR=「整数バンド」、すなわち、標的または 設定点温度を取り囲むエラーバンドの温度の幅。

どれだけ多くの熱がバイアス冷却チャンネルへ損失されているかを決定する現在の制御冷却電力 { c o o l _ c t r l } を計算する。

【0205】現在のランプ冷却電力 { c o o l _ r a m p} を計算する

{cool_brkpt}を計算する。ここで、{co ol brkpt } は、冷却液を下向きランプへ制御す るためにランプから転移する時を決定するために使用す る冷却電力である。それはブロック温度および冷却液温 度の関数である。制御冷却電力 {cool_ctrl} およびランプ冷却電力 {cool ramp}のすべて は、CPUが下向きの温度のランプを制御するために、 すなわち、ランプ冷却のソレノイド作動弁をどれだけ長 く開いて保持するかを計算するために、知らなくてはな らないファクターである。制御冷却電力は、定数+冷却 温度×ブロックからバイアス冷却チャンネルへの熱的コ ンダクタンスに等しい。同様に、ランプ冷却電力は、ブ ロック温度と冷却液温度×ブロックからランプ冷却チャ ネルへの熱的コンダクタンスとの間の差に等しい。冷却 ブレークポイントは、定数×ブロックと冷却液との間の 温度差に等しい。

【0206】ブロック温度をその現在の温度から所望の 設定点 (SP) 温度へ動かすために必要な加熱または冷 却電力 $\{int_p wr\}$ を計算する。

(51) {int_pwr} = $KP*CP*(SP-T_{SAMP})*(cf_kd)+Ts-T_{BLK}$)

KP=比例ゲイン=方程式(46)中のP/T=好ましい実施態様においてほぼ1、

CP=ブロックの熱的質量、

SP=温度の設定点、

Tsamp=試料温度、

Tour =プロック温度、

cf_kd=Tau*K。/delta_t、CCでtauは方程式(49)において使用したのと同一のtauであり、そしてK。は定数であり、そしてDelta_tは200ミリ秒の試料期間である。

(試料温度が設定点の { c f _ i b a n d } 内にある)場合、試料エラーを積分する { i s u m }さもなければ

 $(52) \{i \ sum = 0\} \ \epsilon \rho \ J \ T \ T \ S \ U \ M = 0 \}$

整数項電力を計算する。

(53)整数項= {i sum} *定数 {cf_term}

整数項を電力に加える。

(54) {int_pwr} = {int_pwr} +整 数項

電力を調節して、仮想質量の作用(フォームのバッキング)により加熱負荷を、まず仮想質量の電力を見いだし、次いでそれを電力{int_pwr}に加えることによって補償する。仮想質量の電力{phant_pwr}を、次の式により計算する:

(55) phant_pwr=C*(blktenths-phantenths)/10 ここで、

C = フォームのバッキングの熱的質量 (1.0 W/K)。

ヒータ電力を調節する

{int_pwr} = {int_pwr} + {phan t_pwr}

試料ブロックからそれを通して流れる冷却液を有するマニホールドのへりへの損失を補償するマニホールドのヒータ $\{auxl_power\}$ において必要な電力を計算する。システムが下向きのランプである場合、 $\{auxl_power\}=0$ であることに注意する。マニホールドゾーンの要求される電力を下に記載する:

(57) {auxl_power} = K1* (T_{blk} - T_{AMB}) + K2* (T_{blk} - T_{cool}) + K5* (dT/dt)

ととで、

K1=係数 {cf_1coeff}

K2=係数 (cf_2coeff)

K5=係数 {cf_5coeff}

dT/dt=ランプ速度

Talk = ブロック温度、

T ... = 周囲温度、

Tcool=冷却液温度。

【0207】試料ブロックのへりから周囲への損失を補償するであろう、へりヒータにおいて必要な電力 $\{aux2_power\}$ を計算する。下向きランブである場合、 $\{aux2_power\}=0$ であるととに注意する。へりゾーンの要求される電力を下に記載する:

(58) {aux2_power} = K3* (T_{slk} - T_{ABS}) + K4* (T_{slk} - T_{cool}) + K6* (dT/dt)

ててで.

K3=係数 {cf_3coeff}

K4=係数 {cf 4coeff}

K6=係数 {cf_6coeff}

dT/dt=ランプ速度

Talk = ブロック温度、

T. = 周囲温度、

Tcool=冷却液温度。

【0208】マニホールド電力 $\{auxl_power\}$ およびへりヒータ電力 $\{aux2power\}$ の寄与を消去して、主ヒータおよびクーラにより供給されなくてはならない合計の電力を得る。

(59) {int_pwr} = {int_power} - {aux1_power} - {aux2_power}

ランプ冷却を加えるべきかどうかを決定する。 { cool l brkpt} をランプ冷却から制御冷却へのブレークポイントとして使用する。 (int pwr < cool brkpt および下向きランプを実施して)ならば、ブロック温度がランプ冷却で必要とされる設定点温度より非常に高いかどうかを決めるために、ランプ弁をオンにする

さもなければ

ランプ弁をオフにし、そしてパイパス冷却に依存する この時点において、 $\{int_pwr\}$ は合計のヒータ 電力を含有し、そして $\{aux1_power\}$ および $\{aux2_power\}$ はブロックからへりへの損失 を含有する。補助ヒータへ供給される電力は、2つの成 分から構成される: aux_power および int_power 。電力は $\{int_pwr\}$ を主ヒータおよ び補助ヒータに面積に依存して分配する。

[0209] total_pwr=int_pwr int_pwr=total_pwr*66%

auxl_power=total_pwr*20%+auxl_power

aux2_power=tota!_pwr*14%+
aux2_power

各端ゾーンおよび適当な量の電力をヒータへ送るための制御ループの繰り返しのための指示を行なうトライアックのためのハーフサイクルの数を計算する。 とのループは1/5秒毎に1回実行し、したがって、60Hzにおいて120/5=24ハーフサイクルまたは50Hzにおい

て100/5=20ハーフサイクルが存在する。ハーフサイクルの数は要求される電力 $\{int_pwr\}$ 、現在のライン電圧 $\{linevolts\}$ およびヒータ抵抗の関数である。正確な必要な電力は各ループに供給されないかもしれないので、残部を計算して $\{deltapower\}$ 最後のループから含まれるもののトラックを保持する。

(60) int_pwr=int_pwr+delta
power

トライアックをオンに保持する1/2サイクルの数を計算する。indexはトライアックをオンに保持するためのサイクル数に等しい。

(61) index=電力*主ヒータオーム* [20または24] / linevoltsの平方、ことで方程式 (61) は各ヒータゾーンについて1回実施し、そして主ヒータゾーンについて「電力」=int_pwrであり、マニホールドのヒータゾーンについてauxl_pwrであり、そしてへりのヒータゾーンについてaux2_pwrである。供給された実際の電力の量を計算する。

(62) actual_power=linevolt sの平方*index/主ヒータ抵抗 次の時に添加すべき残部を計算する。

(63) $delta_power=int_pwr-a$ $ctual_power {auxl_pwr} および {aux2_pwr} を方程式 (60) の中に代入する ことによって主ヒータについて記載したのと同一の技術 を使用して、へりおよびマニホールドのヒータのための <math>1/2$ サイクルの数を計算する。

【0210】主、マニホールドおよびへりのトライアックを制御するカウンターの中に計算したカウントを負荷する。加熱されたカバーのセンサーを見る。加熱されたカバーが100℃より低いとき、加熱されたカバーのカウンターが50ワットの電力を供給するように負荷する。試料温度を見る。それが50℃より高い場合、HOT LEDをオンにしてユーザがそれに触れないよう警告する。フォエバーループの終わり。

キーボードタスク

キーボードタスクの目的は、ユーザがキーパッドのキーをブレスするのを待ち、キーを現在の状態について有効なキーストロークのリストと比較し、有効なキーに関連するコマンド機能を実行し、そして新しい状態に変化することである。無効なキーストロークはビーブで指示され、そして無視される。このタスクはユーザインターフェイスによって駆動される状態の心臓部である。それは「駆動される状態」である。なぜなら、取られる動作はユーザのインタフェースの現在の状態に依存するからである。

キーボードタスクの擬似コード

キーボードタスクの変数を初期化する。

【0211】カーソルをオフにする。(導入フラッグがセットされない)場合、導入プログラムを実行する。メッセージをピッド(pid)タスクに送って加熱されたカバーをオンにする。(ユーザがプログラムを実行している間に電力が故障した)場合、電力がオフになる分数を計算しそして表示する。

【0212】電力故障状態のレコードを履歴ファイルに書き込む。あるメッセージをシーケンスタスクに送って4℃のソーキングを開始する。履歴ファイルを概観するオプションをユーザに与える。(ユーザが履歴ファイルを概観することを要求する)場合、履歴ファイルのディスプレイに行く。

【0213】トップレベルのスクリーンを表示する。 フォエバーの命令

このタスクがキーパッドからのハードウェアの割り込みを待つシステムにメッセージを送る。この割り込みがレシーブされるまで、スリープ(sleep)に行く。起きたとき、キーパッドからのキーを読み取りそしてデコードする。現在の状態にとって有効なキーのリストを得る。キーを有効なキーと比較する。(キーがこの状態で有効である)場合、「アクション」およびこのキーのための次の状態の情報を獲得する。

【0214】との状態のための「アクション」(コマンド機能)を実行する。次の状態に行く。さもなければ無効のキーのためのビーバーをビープする。フォエバーループの終わり。

タイマタスクのオーバービュー

タイマタスクの目的は、1/2秒毎にシーケンスおよび実時間表示タスクを起動することである。クロック/カレンダー装置により発生された1/2秒のハードウェアの割り込みを受けとる毎に、タイマタスクはシステム(CRETIN)にその起動を要求する。次いで、タイマタスクは引き続いて2ウェイクアップメッセージを、それぞれ、シーケンスタスクにおよび実時間ディスプレイに送る。この中間のタスクは必要である。なぜなら、CRETINは割り込み当たり1タスクのみをサービスし、こうしてより高いプライオリティタスク(シーケンスタスク)のみを実行するからである。

タイマタスクの擬似コード

フォエバーの命令

クロック/カレンダー装置からハードウェアの割り込み のために待つメッセージをシステムに送る。

【0215】 との割り込みをレシーブするまでスリープする。起動(awake)されたとき、メッセージをシーケンスおよび実時間ディスプレイタスクに送る。フォエバーループを終わる。

シーケンスタスクのオーバービュー

シーケンスタスクの目的は、ユーザが定めたプログラムの内容を実行する<u>ことである</u>。それはランプおよび保持セグメントから成る、サイクル中の各設定点を通して順

次にステップし、そして設定点の温度のメッセージをピッドタスクに送り、ピッドタスクは引き続いて試料ブロックの温度を制御する。各セグメントの終わりにおいて、それは実時間ディスプレイタスクにディスプレイをスイッチするメッセージおよびセグメントのルーチンの情報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。ユーザはキーバッド上のPAUSEキーを押してプログラムをボーズし、次いでSTARTキーを押してプログラムを再開する。ユーザはSTOPキーを押してプログラムを早期にアボートすることができる。このタスクは、タイマタスクによりアウェイクされるとき、1/2秒毎に実行する。

シーケンスタスクの擬似コード

フォエバーの命令

シーケンスタスクの変数を初期化する。

【0216】ユーザがSTARTキーを押すか、あるいはメニューから<u>START</u>を選択した<u>という</u>キーボードタスクからのメッセージ、あるいはある方法における次のプログラムが実行のために準備された<u>という</u>リンクタスクからのメッセージを待つ。このメッセージがレシーブされるまでスリーブする。アウェイクしたとき、アナログ回路におけるドリフトの原因となるADC較正の読みを更新する。(4℃の電力故障のソークシーケンスを開始しない)場合、PEタイトルライ<u>ン</u>、システム時間および日付、プログラム構成バラメータ、プログラムの型およびその数をプリントするメッセージをプリンタタスクへ送る。(HOLDプログラムを開始する)場合、

{hold_tp} に保持する温度を得る。

【0217】 {hold_time} の間保持する秒数を得る。(3℃より大きくランピングダウンしそして {hold_tp} > 45℃)である場合、中間の設定点を配置する。最後の設定点 {hold_time} を配置する。(保持時間 {hold_time} をカウントダウンする)間、タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。

【0218】ブロックセンサーを開いていることまたは ショートについてチェックする。

(キーボードタスクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリープする。ブリボーズ設定点を配置する。(中間の設定点が配置された)場合、最終の設定点を配置する。(設定点温度が周囲温度より下でありそして4分より長い間存在する)場合、加熱されたカバーをオフにすることをピッドタスクに伝えるフラッグをセットする。1/2秒の保持時間のカウンター(store time)を増加する。

【0219】中間の設定点に到達する前に保持時間が経過した場合、最後の設定点を再び配置する-とれは正しい設定点が履歴ファイルに書き込まれることを保証す

る。データレコードを履歴ファイルに書き込む。HOL D情報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。

HOLDプログラムの終わり

そのほかに(CYCLEプログラムを開始する)場合、計器のランプ時間およびユーザがプログラミングしたランプおよび保持時間を考慮して、サイクルにおいて合計の数 {sec_in_run}を加える。サイクルにおける秒数とプログラム中のサイクル数 {num_cyc}とを掛けることによって、プログラム中の合計の秒数を得る。合計の {sec_in_run} = {sec_in_run} / サイクル* {num_cyc}。(サイクルの数 {num_cyc}をカウントダウンする)間、設定点の数 {num_seg}をカウントダウンする)間、ランプ時間 {ramp_time}を得る。

【0220】最終の設定点温度 { t_final } を得る。保持時間 { local_time } を得る。ランプセグメントの情報を表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。(ユーザがランプ時間をプログラミングした)場合、プログラミングしたランプ時間と実際のランプ時間との間のエラー { ramp_err } を次のようにして計算する。この方程式は実験データに基づく。

(ramp_err) = prog ramp_rate *15+0.5(アップランプ)

{ramp_err} = prog ramp_rate *6+1.0 (ダウンランプ) ここで、

prog ramp_rate = (abs(T, T,)-1) / {ramptime}

T,=設定点温度 {t final}、

T、=現在のブロック温度 {blktemp}、 abs=式の絶対値。

注:「-1」は設定点の1°C以内でクロックが開始するので存在する。

新しいramp_time=古い {ramp_time} - {ramp err}

(新しいramp_time>古い {ramp_time}) である場合、新しいramp_time=古い {ramp_time}

そのほかに新しいramp_time=0。

(試料<u>温度</u>がユーザの構成した設定点の<u>温度</u> { c f _ c l k _ d e v } 内にない) 間、タイマタスクからの1/2 2秒のウェイクアップを待つ。

【0221】新しいランブ設定点を毎秒配置する。そのほかに (3℃より大きいランピングダウンおよび (t final)>45℃)の場合、中間の設定点を配置する。 (試料温度がユーザが構成した設定点の<u>温度</u> (cf_clk_dev)内にない)間、<u>タイマタスクからの</u>

1/2秒のウェイクアップ<u>メッセージ</u>を待つ。1/2秒 のランプ時間のカウンターを増加する。ブロックセンサー<u>の</u>オープンまたはショートをチェックする。(キーボー<u>ドタ</u>スクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の 試料<u>温度</u>の設定点を配置する。ポーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。

【0222】ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリーブする。ボーズ前の設定点を配置する。最終の設定点を配置する。(試料温度がユーザが構成した設定点の温度 { c f _ c l k _ d e v } 内にない)間、タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒のランブ時間のカウンターを増加する。ブロックセンサーのオーブンまたはショートをチェックする。(キーボードタスクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。

【0223】ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。ランプの情報をブリントするメッセージをプリンタタスクに送る。ランプセグメントの信号の終わりに対してビーパーをビーブする。ランプセグメントの情報を表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。(保持時間をカウントダウンする)間、タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒の保持時間のカウンターを増加する。ブロックセンサーのオーブンまたはショートをチェックする。(キーボードタスクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。

【0224】ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。データのレコードを履歴ファイルに書き込む。保持の情報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。(最終の設定点温度がユーザの構成可能な量{cf_temp_dev}より大きい)場合、エラーのレコードを履歴ファイルに書き込む。プログラムされたボーズをチェックする。次のセグメントに行く。サイクルのメッセージの終わりをプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。

【0225】次のサイクルに行く。CYCLEのプログラムの終わり。そのほかに(AUTO-CYCLEプログラムを開始する)場合、<u>計器</u>のランプ時間とプログラム可能な量の各サイクルにより自動的に増加または減少することができるユーザがプログラミングした保持時間とを考慮して、各プログラムの中に合計の秒数 { secs_in_run}を加える。(サイクルの数 { num_cyc}をカウントダウンする)間、(設定点の数 { num_seg}をカウントダウンする)間、最終の設定点温度 { t_final}を得る。保持時間 { time hold}を得る。ユーザが設定点温度および/

または保持時間の自動的増加または減少をブログラミングしたかどうかをチェックし、そしてそれに応じてそれ らを調節する。

【0226】温度の自動的増加または減少が設定点を0℃以下または99.9℃以上にする)場合、エラーのレコードを履歴ファイルに書き込む。設定点は0℃または99.9℃でキャップ(cap)される。ランプセグメントの情報を表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。(3℃より大きいランピングダウンおよび{t_final}>45℃)の場合、中間の設定点を配置する。(試料温度がユーザが構成した設定点の温度{cf_clk_dev}内にない)間、タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒のランプ時間のカウンターを増加する。

【0227】ブロックセンサー \underline{O} オーブンまたはショートをチェックする。(キーボード \underline{O} スクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。最終の設定点を配置する。(試料温度がユーザが構成した設定点の温度(cf_clk_dev)内にない)間、 \underline{O} 名マタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒のランブ時間のカウンターを増加する。

【0228】ブロックセンサーのオープンまたはショートをチェックする。(キーボードタスクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリープする。ボーズ前の設定点を配置する。ランプセグメント情報をプリントするメッセージをブリンタタスクに送る。セグメントのランプ部分の信号の終わりに対してビーバーをビーブする。保持セグメントの情報を表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。

【0229】(保持時間をカウントダウンする)間、タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒の保持時間のカウンターを増加する。ブロックセンサーのオープンまたはショートをチェックする。(キーボードタスクがPAUSEキーを検出した)場合、現在の試料温度の設定点を配置する。ボーズタスクをウェイクアップするメッセージを送る。ボーズタスクによりアウェイクされるまで、スリーブする。ボーズ前の設定点を配置する。データのレコードを履歴ファイルに書き込む。保持の情報をプリントするメッセージをプリンタタスクに送る。

【0230】(最終の設定点温度がユーザの構成可能な 量 { c f _ t e m p _ d e v } より大きい)場合、エラーのレコードを履歴ファイルに書き込む。次のセグメントに行く。サイクルのメッセージの終わりをブリントするメッセージをブリンタタスクに送る。次のサイクルに

行く。AUTO-CYCLEのプログラムの終わり。そのほかに(POWER FAILURE <u>シーケンス</u>を開始する)場合、4℃の設定点を配置する。

【0231】ビッドタスクが加熱されたカバーをシャットオフするように、フラッグ {subamb_hold} をセットする。フォエバーを命令する。タイマタスクからの1/2秒のウェイクアップメッセージを待つ。1/2秒の保持時間を増加する。フォエバーループを終わる。電力故障シーケンスの終わり。履歴ファイルに実行終わりの状態のレコードを書き込む。

【0232】(方法を実行している)場合、リンクタスクが次のプログラムの実行を開始するメッセージをシーケンスタスクを送ることを知るように、フラッグ {weird_flag}をセットするそのほかにユーザのインタフェースをアイドル状態の表示に戻す。フォエバーループの終わり。

ポーズタスクのオーバービュー

ボーズタスクの目的は、ユーザがCYCLEプログラム の中にプログラミングするボーズあるいはユーザがキー バッド上のPAUSEキーを押すときのボーズを取り扱 うことである。

【0233】 CYCLEプログラムを実行する間シーケンス<u>タスク</u>がプログラミングしたタスクに直面するとき、<u>シーケンスタスクはスリーブに行きまたボーズタスクをアウェイクする。</u>ポーズタスクは、引き続いて、ユーザがポーズするように要求した時間を連続的に表示しディクリメントするメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。ポーズタイマがタイムアウトするとき、ポーズタスクはシーケンスタスクをアウェイクするメッセージを送り、次いでスリープへ行く。ユーザはキッパッド上のSTARTキーを押すことによってプログラムを早期に再開することができるが、あるいはSTOPキーを押すことによってプログラムを早期に下ボートすることができる。

【0234】プログラムが実行されている間キーボード タスクがPAUSEキーを検出したとき、それはフラッ グ {pause_flag}をセットし、次いでシーケ ンスタスクがそれを肯定するのを待つ。シーケンスタス クはこのフラッグのセットを見るとき、それは肯定応答 メッセージをキーボードタスクに送り戻し、次いでそれ 自体スリープする。キーボードタスクがこのメッセージ を受けとるとき、それはポーズタスクをアウェイク(起 動) する。ボーズタスクはプログラムがボーズする時間 の量を連続的にディスプレイしかつ増加するメッセージ を実時間ディスプレイタスクに送る。タイマは、構成の セクションにおいてユーザがセットしたポーズ時間の限 界に到達するときにタイムアウトする。ユーザは、キー パッド上のSTARTキーを押すことによってプログラ ムを再開するか、あるいはSTOPを押すことによって プログラムをアボートすることができる。

ポーズタスクの擬似コード

フォエバーを命令する

キーバッドのボーズを示すキーボードタスクからのメッセージ、あるいはユーザのプログラミングしたボーズを 示すシーケンスタスクからのメッセージを待つ。

【0235】メッセージが受けとられるまでスリープする。アウェイクしたとき、示したボーズの型についてのフラッグをチェックする。(それがプログラミングしたボーズである)場合、ボーズタイマがカウントアップするのを表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。そのほかにボーズタイマがカウントダウンするのを表示するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。(タイムアウトカウンターをカウントダウンする)間、このタスクを1/2秒間持続するメッセージをつりンタタスクに送る。(それはプログラミングしたボーズである)場合、ボーズはタイムアウトされているので、シーケンスタスクをウェイクアップするメッセージを送る。

【0236】ボーズの表示を中止するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。実行するプログラムの表示を再開するメッセージを実時間ディスプレイタスクに送る。そのほかに(それがキーパッドのボーズである)場合、ボーズはタイムアウトされており、そしてプログラムはアボートされなくてはならないので、シーケンスタスクを中止するメッセージをシステムに送りそしてそれをそのFOEVERループのトップに送り戻す。

【0237】(プログラムの実行がHOLDプログラムであった)場合、保持情報をブリントするメッセージをブリンタタスクに送る。状態のレコードを履歴ファイルに書き込む。ユーザのインタフェースをそのアイドル状態に戻す。アボートのメッセージを表示する。フォエバーのループの終わり。

ディスプレイタスクのオーバービュー

実時間ディスプレイタスクの目的は、温度、タイマ、センサーの読み、ADCチャンネルの読み、および1/2 秒毎に<u>規則的に</u>更新することが必要である他のパラメーターを表示することである。

ディスプレイタスクの擬似コード:ディスプレイタスクの変数を初期化する。フォエバーを命令する1/2秒毎 にタイマタスクからのメッセージを待つ。

【0238】メッセージが受けとられるまでスリープする。アウェイクしたとき、他のタスクがディスプレイのパラメーターのリストまたは現在の更新を中止するフラッグを送ったかどうかをチェックする。1/2秒のフラッグ {half_sec}をトグルする。(ディスプレイのパラメーターのリストが存在する)場合、誰もがディスプレイを更新しないように信号をセットする。カーソルをオフにする。(パラメーターのリストを通してステップする)間、(それが時間のパラメーターである)

場合、時間をディスプレイする。(1/2 秒のフラッグ $\{half_sec\}$ がセットされる)場合、時間変数 を増加または減少する。

【0239】そのほかに(それが小数である)場合、小数を表示する。そのほかに(それが整数である)場合、整数を表示する。そのほかに(それがADCチャンネルのリードアウトである)場合、ADCチャンネルからのカウントを読む。(それをmVと表示することが必要である)場合、カウントをmVに変換する。その値を表示する。そのほかに(それが電力のディスプレイである)場合、電力をワットで表示する。

[0240] そのほかに(それが残った時間のバラメーターである)場合、秒を時間の1/10 に変換する。残った時間を1/10 時間で表示する。(1/2 秒のフラッグ $\{half_sec\}$ をセットする)場合、秒の変数を減少する。

【0241】(カーソルがオンであった)場合、それをオンにし戻す。現在のシステム時間をバッテリーRAM に記憶する。信号をクリアしてディスプレイを解放する。フォエバーのループの終わり。

プリンタタスクのオーバービュー

プリンタ<u>タスク</u>の目的は、実行時間<u>のプリント</u>を取り扱うとである。それは低いプライオリティのタスクであり、そして他の時間<u>的に</u>クリティカル<u>である</u>タスクを干渉してはならない。

プリンタタスクの擬似コード

フォエバーの命令

ブリントを望むメッセージを他のタスクから待つ。

【0242】メッセージを受けとるまでスリーブする。アウェイク(起動)したとき、広域変数の局所的なコピーをブリントする。プリンタの肯定メッセージを配置する。(状態またはエラーのメッセージをブリントすることが必要である)場合、現在の履歴レコードの中に含まれている情報をブリントする。そのほかに(ベージへッダをブリントすることが必要である)場合、プログラムの型およびその数をプリントする。そのほかに(プログラムの構成パラメーターをブリントすることが必要である)場合、クロックを開始する設定点からの管の型、反応体積および試料温度の誘導をブリントする。

【0243】そのほかに(サイクルの情報の終わりをブリントすることが必要である)場合、終わりの時間および温度をブリントする。そのほかに(セグメントの情報をブリントすることが必要である)場合、ランブ<u>または</u>保持セグメントの情報をブリントする。

【0244】そのほかに(ボーズの状態のメッセージを ブリントすることが必要である)場合、ボーズした時間 および温度をブリントする。フォエバーのループの終わ り。

LEDタスクのオーバービュー

LEDタスクの目的は、「加熱」LEDの照明が主ヒー

タに加えた電力を反映するようにさせることである。これは毎秒1回走行する低いプライオリティ<u>のタスクである。</u>

<u>LEDタスクの擬似コード</u>: LEDタスクの変数を初期化する。

フォエバーの命令

とのタスクを毎<u>秒ウェイクするメッセージをシステム</u>に送る。

【0245】スリープする。アウェイクしたとき、次のようにして主ヒータに加えた電力を反映する値をPICタイマAのカウンター2に負荷する:

カウンターに値= {K_h t l e d} * {h t _ l e d} を負荷する

ことで、 $\{K_h t l e d\}$ は加熱LEDをバルスする時間を計算するための定数であり、そして15200/500に等しい。15200は14.4 KHz のPICのクロックよりわずかに大きく、そしてこれはLEDを絶えずオンに保持するためにタイマに負荷する値である。500は主ヒータの電力である。

[0246] $\{ht_led\}$ $t0\sim500$ の値であり、そして主ヒータに加えたワットに等しくなる。 フォエバーのループの終わり

リンクタスクのオーバービュー

リンクタスクの目的は、<u>キー</u>バッド上のSTARTキーを押すユーザをシミュレーションすることである。ユーザの介在なしに1つずつ(方法におけるように)プログラムを実行できるように、このタスクは必要である。リンクタスクはシーケンスタスクをウェイクアップし、そしてSTARTキーが押されたように、それは次のプログラムを実行を開始する。

<u>リンクタスクの擬似コード</u>:リンクタスクの変数を初期 化する。

フォエバーの命令

(フラッグ {weird_flag} がセット<u>され</u>、そしてそれがその方法における<u>初めての報告</u>ではない)場合、ウェイクアップのメッセージをシーケンスタスクに送る。フォエバーのループの終わり。

スタートアップシーケンス

パワーアップシーケンス

計器への電力がオンにされるか、あるいはソフトウェアがRESETを命令するとき、次のシーケンスが起とる。注:以下の数はフローチャート上の数である(図54~図57参照)。

【0247】1. RS-232ブリンタボートの中から外にCtrl-G(10進法の7)の文字を転送する。RS-232ボートを少なくとも1秒間ボーリングしそしてCtrl-Gがレシーブされる場合、外部のコンピュータをボートに取り付け、そしてパワーアップシーケンスの間のすべてのコミュニケーションをキーパッドからRS-232ボートに再び向けると仮定する。Ctr

- 1-Gがレシーブされない場合、パワーアップシーケンスは正常として継続する。
- 2. MOREキーが押されたかどうかをチェックする。 押された場合、サービスオンリーのハードウェアの診断 に直行する。
- 3. 次の3テストはオーディオ/ビジュアルチェックであり、そしてエラーをレポートすることができない:
 1) ビーパーはビープする、2) キーボード上の熱い、冷却、および加熱LEDはフラッシュする、3) ディスプレイの各絵素は輝く。著者権および計器のIDスクリーンは、パワーアップ診断が実行されるとき表示され

【0248】4. パワーアップ診断の1つにおいてエラーが起こると、破壊した成分の名前は表示され、そしてサービスオンリーのハードウェアの診断へのアクセスを獲得するコード「MORE999」を除外して、キーパッドはロックされる。

- 5. PPI-B<u>装置</u>のチャンネル0をチェックして、自動化テストビット<u>がローであるか</u>どうかを見る。そうである場合、UARTテストを実行する。テストがパスする場合、ビーバーを連続的にビーブする。
- 6. CRETINオペレー<u>ティング</u>システムをスタート し、このシステムは引き続いてプライオリティレベルに より各タスクをスタートする。

7. バッテリーRAM中のフラッグをチェックして、計器が較正されたかどうかを見る。そうでない場合、エラーメッセージを表示し、そしてサービスオンリーの較正テストへのアクセスを獲得するコード「MORE999」を除外して、キーパッドをロックする。

【0249】8. 電圧およびラインの周波数を測定するテストを実行し、そして計器を較正している間選択した構成プラグと両者のこれらの値が合致するかどうかを見る。合致しない場合、エラーメッセージを表示し、そしてサービスオンリーの<u>較正</u>テストへのアクセスを獲得するコード「MORE999」を除外して、キーバッドをロックする。

- 9. 導入セクションにおいて記載したようにヒータビングテストを実施する。ヒータが誤って配線されている場合、エラーメッセージを表示し、そしてサービスオンリーの較正テストへのアクセスを獲得するコード「MORE999」を除外して、キーバッドをロックする。
- 10. バッテリーRAM中のフラッグをチェックして、計器が導入されたかどうかを見る。そうでない場合、エラーメッセージを表示し、そして導入ルーチンへのアクセスを獲得するコード「MORE999」を除外して、キーバッドをロックする。

【0250】11. 遠隔モードでない場合、バッテリー RAM中のフラッグをチェックして、計器が実行されて いる間に電力の故障が存在したかどうかを見る。そうで ある場合、4°Cのソークを開始しそして電力がオフにな っていた時間の量を表示する。電力が消耗したとき、どれだけ長く実行されたかを正確に告げる履歴ファイルを見たいかどうかをユーザに<u>質問</u>する。ユーザがyesを 選択する場合、ユーザの診断に直接行く。

12. ビーパーをビーブし、そして遠隔モードフラッグ をクリアし、こうしてすべてのコミュニケーションはこ こでキーパッドを通して戻される。

13. バッテリーRAMをチェックして、自動的に開始されたテストプログラムを製作が欲するかどうかをみる。そうである場合、プログラムの実行を開始し、そしてそれが実施されたのち計器をリセットする。

【0251】14. トップレベルのユーザのインタフェースのスクリーンをディスプレイする。

図51を参照すると、商標MAXIAMPで市販されて いる大きい体積の薄い壁の反応管の断面図である。との 管は、PCR反応に有用であり、ここで合計の体積を2 00 μ 1 より大きくする反応混合物に、試薬または他の 物質を添加することが必要である。図51に示されてい るより大きい管は、Himont PD701ポリプロ ピレンまたはValtec HH-444ポリプロピレ ンから作られており、そして試料ブロックと接触する薄 い壁を有する。選択した材料は何であっても、DNAお よびPCR反応混合物の他の成分と適合性がなければな らず、例えば、標的DNAを壁に粘着させることによっ て処理するPCR反応を障害せずそして複製しないよう にする。ガラスは一般にすぐれた選択物ではない。なぜ なら、DNAはガラス管の壁に粘着することが知られて いるからである。図51中の寸法Aは典型的には0.0 12 ± 0.001 12 ± 0.03 mm) であ り、そして管の縦軸に関する壁の角度は典型的には17 ・ である。 17 ・ の壁の角度の利点は、下向きの力が試 料ブロックとすぐれた熱的接触を誘発する間、管は試料 ウェル中で閉塞しないということである。薄い壁の利点 は、それが試料ブロックの温度変化と反応混合物の温度 の対応する変化との間の遅延を最小にすることである。 これが意味するように、ユーザが変性セグメントにおい て反応混合物を94℃の1℃内に5秒間止まらせ、そし てこれらのパラメーターでプログラミングしようとする 場合ユーザは5秒の変性間隔を獲得し、ことで時間遅れ はより厚い壁をもつ普通の管を使用する場合より少な い。短いソーク間隔、例えば、5秒のソーク間隔をプロ グラミングし、そして正確にプログラミングした時間の 間プログラミングした温度におけるソークを獲得すると とができるという、この性能特性は、計算した試料温度 を使用してタイマを制御することによって可能である。 ととに記載するシステムにおいて、計算した試料温度が プログラミングしたソーク温度に到達するまで、インキ ュベーションまたはソークの間隔を<u>計時</u>するタイマはス

【0252】さらに、薄い壁の試料壁を使用するとき、

試料混合物が標的温度の1℃内にするのに、この試料管は先行技術の<u>厚い壁の</u>マイクロ遠心器と比較して、約1/2~2/3の時間を要するのみであり、そしてこれは図51に示す背の高いMAXIAMP (登録商標) 管および図15に示すそれより小さい薄い壁のMICROAMP (登録商標) 管の両者について言える。

【0253】MAXIAMP管およびMICROAMP の壁厚さは、適切な構造の強さと一致するできるだけ薄 いものとなるように製作プロセスにおいて緊密に制御さ れる。典型的には、ポリプロピレンについて、これはど とでも0.009~0.012インチ(0.23~0. 30mm) である。新しくてポリプロピレンより強いより 特殊な材料を使用してPCR反応速度を大きくするとい う利点を達成すれば、適切な強さが維持されてすぐれた 熱的接続を保証する下向きの力および通常の使用の他の ストレスに耐える限り、壁厚さはなお薄くすることがで きる。1. 12インチ (28.4mm) の高さ (図51に おいて寸法B) および0.780インチ(19.8mm) の寸法Cおよび0.395インチ(10.0mm)の上部 断面の壁厚さ(Dの寸法)では、MAXIAMP管の時 定数はほぼ14秒であるが、これは充填時間のように正 確に測定されなかった。図15に示すより短い管のため のMICROAMP管の時定数は、典型的には、0.0 09インチ±0.001インチ(0.23±0.03m m) の円錐形断面における管壁厚さで、ほぼ9.5秒で

【0254】図52はより薄い壁のMICROAMP管 の使用の結果を示す。標的温度の同様な速度増加の達成 は薄い壁のMAXIAMP管の使用から生ずるである う。図52を参照すると、MICROAMP管中の計算 した試料温度についての相対的インキュベーション温度 付72℃の出発温度から94℃の標的変性温度の1℃内 の温度に到達するための先行技術管についての時間のグ ラフが示されている。図52において、100μ1の試 料が各管の中に存在した。開いた箱によりマークされた データ点をもつ曲線は、9.5秒の応答時間および0. 009インチ (0.23mm) の壁厚さをもつMICRO AMP管についての計算した試料温度応答である。×に よりマークされたデータ点をもつ曲線は、先行技術の 0.030インチ(0.76mm)の壁厚さをもつ厚い壁 のマイクロ遠心器管中の100μ1の試料について計算 した試料温度を表す。このグラフが示すように、薄い壁 のMICROAMP管はほぼ36秒以内で94℃の標的 ソーク温度の1°C内の計算した温度に到達するが、先行 技術の管は約73秒を要する。 とれは重要である。 なぜ なら、ソーク温度に実質的に到達するまで、タイマをス タートさせない計器において、先行技術の管は、ことに 各PCRサイクルが少なくとも2つのランプおよびソー クを有し、そして一般に実施する非常に多数のサイクル が存在するという事実に照らして考慮したとき、全体の 処理時間を実質的に増加することがあるからである。実際の試料温度に無関係にブロック/浴/炉温度に基づいてそれらの時間をスタートするシステムにおいて、ブロック/浴/炉温度の変化と試料混合物の温度変化との間のこれらの長い遅延は重大なマイナスの結果を有することがある。問題は、反応混合物がソークのためにブログラミングした温度に実際にある時間に長い遅延が干渉できることである。最近のPCRプロセスにおいて普通であるように非常に短いソークについて、加熱/冷却システムをスタートして反応混合物の温度を変化させようとする前に、反応混合物はプログラミングしたソーク温度に決して到達することができない。

【0255】図51は、ブラスチックウェブ652によりMAXIAMP試料管に接続されたボリプロピレンのキャップ650を示す。キャップの外径Eおよび管の上部断面の内径Fは0、002インチ(0、05mm)および0、005インチ(0、13mm)の間の締め嵌めのための大きさである。管の内側表面654は、ばり、びり目および引っ掻き傷が存在せず、こうしてキャップの緊密なシールを形成できるようにすべきである。図53は、管651、キャップ650およびウェブ652の平面図を示す。肩656はキャップが管の中に深く押し込まれるのを防止し、そして加熱された定盤と接触させるために試料管の上部へりより上へキャップが十分に突き出るのを可能とする。これは、また、十分な管の変形を可能とし、こうして図15における最小の許容されうる力Fはキャップの変形により加えることができる。

【0256】好ましい実施態様において、管およびキャップは、15分までの間126℃までの温度でオートクレーブ処理可能であるHimont PD701ポリプロビレンから作られる。これにより、この使い捨て管を使用前に滅菌することができる。キャップは加熱された定盤をもつ機械の中で使用するとき永久的に変形するので、管はただ1回の使用のために設計される。MICROAMP管のためのキャップは8または12キャップの接続へりストリップで入手可能であり、各キャップは番号を付されているか、あるいは個々のキャップに分割されている。キャップの単一の列を使用することができるか、あるいは個々のキャップをストリップから切できるか、あるいは個々のキャップをストリップから切

り取ることができる。MAXIAMP管のためのキャップは図5<u>1</u>に示されているように取り付けられるか、あるいは分離された個々のキャップである。

【0257】MICROAMP管上の混合を可能とする ポストーPCR試薬の添加のための最大体積は、200 μ 1でありMAXIAMP管について 500μ 1までで ある。温度の限界は-70 $C\sim$ 126 C である。応答時間は試料の体積に依存する。ブロックが急激に温度を変 化させたとき、応答は新しい温度の37%以内に試料が なる時間として測定される。典型的な応答時間は、50 μ 1の充填について7.0 Φ であり、そして 20μ 1の 充填について5.0 Φ である。

付録A

ユーザのインタフェース

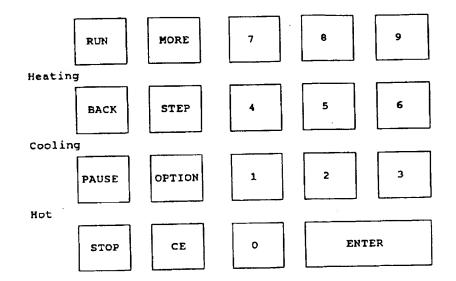
ユーザのインタフェースのGeneAmpのPCRシステム9600の目的は、PCRを実施するプログラムを開発しそして実行することである。

【0258】入手可能な下記の3つの型のプログラムが 存在する。1つ目のホールド(HOLD)プログラム は、セットした量の時間に対して保持されるか、あるい は無限量の時間に対して保持されそしてSTOPキーに より停止される単一の設定点から成る。2つ目のサイク ル(CYCLE)プログラムは、時間設定がなされたラー ンプ応答およびプログラム可能なポーズ (休止)の特徴 を付加する。このプログラムは9までの設定点および9 9までのサイクルを可能とする。3つ目のオート(AU TO) プログラムにより、ユーザは設定点の時間および /または温度をサイクル毎に固定した量で増加または減 少させることができる。このプログラムは、また、9ま での設定点および99までのサイクルを可能とする。方 法 (METHOD) プログラムは、上記のホールド、サ イクルまたはオートプログラム17まで一緒にリンクす る方法を提供する。合計150のプログラムを1~15 0の範囲の数で記憶するととができる。プログラムをつ くり、記憶し、保護し、プリントし、または消去すると とができる。記憶されたプログラムのディレクトリを見 るか、あるいはプリントすることができる。

[0259]

【表1】

システム9600のキーボード



【0260】RUN:プログラムのディスプレイからプログラムの実行を開始するか、あるいはプログラミングによる休止またはキーパッド操作による休止を再スタートする。

MORE: ランタイムのディスプレイをトグルしそして、また、サービスオンリーファンクションをアクセスする(コード999が後に続く場合)。

BACK:同一のスクリーン内の前のフィールドに動かす。現在のフィールドが第1フィールドに位置している場合、そのフィールドは前のスクリーンに移動する。

【0261】STEP:次のスクリーン中の第1フィールドに向かって下方に移動する。

PAUSE:マニュアル割り込みのためにポーズ(休止)したタイムアウトをスタートする。

OPTION:メニューの項目を捜しながらカーソルを*

*左から右に動かす(一番左のオプションに戻る)か、あるいはYES/NOの応答をトグルする。

【0262】STOP: 実行しているプログラムを打ち切るか、あるいはユーザのインタフェースにおいて1レベル上に動かす。

CE:無効の数値入力をクリアする。

ENTER:現在の数値入力を受け取り、メニューの項目を受け取り、YES/NOの応答を受け取るか、あるいはディスプレイの次のフィールドにスキップする。数値入力がディスプレイの最後である場合、ENTERにより次のディスプレイにステップする。

一般のシステム9600のディスプレイ

【0263】 【表2】

PROGRAM display

Prog ### Msg Temp Menu Example:

3

CYCL #17 Done 74.0C RUN-STORE-PRINT-HOME

[0264]

Prog HOLD, CYCL (CYCLEの略), AUTOまたはNETH(

METHODの略)

プログラム#(1~150)、またはそれがまだ記憶されていない場合は??

Msg Done, Error, Abortまたはブランク

Temp 現在の試料温度

Menu 入手可能なオプション

【0265】 【表3】

RUNTIME display Example: Action Temp Ramp to 94.0C 29.6C Timer Prog/Cyc 10:00 Cycle 14 [0266] 「xx. x℃において保持」または「xx. x℃にランプ応 Action 答」 Temp 現在の試料温度 Timer 保持またはランプ応答時間をカウントダウンするか、あるい はFOREVERの保持時間までカウントアップする Prog/Cyc HOLDフィルムに対して「Prog xxx」CYCLま たはAUTOファイルに対して「Cycle xx」-カウ ントアップ [0267] * * 【表4】 MORE display Example: Setpt Tot Cyc Setpt #3 Tot Cyc 25 Timer Prog Hrs left 2.5 Prog 17 [0268] Setpt 現在の設定点#(1~9)-カウントアップ Tot Cyc 現在のプログラムにおけるサイクルの合計#(1~99) プログラムにおける残りの時間 (hrsで表示)-カウントダウ Timer 現在のプログラム#(1~150) Prog [0269] ж 【表5】 Ж KEYPAD PAUSE display Example: AUTO #18 55.0C Prog ### Temp PAUSE 9:45 PAUSE Timer [0270] HOLD, CYCL, AUTOstkiMETH Prog ### プログラム#(1~150)、またはそれがまだ記憶されていない

場合は???

Msg Done, Error, Abort activity

Temp 現在の試料温度

Timer 構成可能なポーズ時間-カウントダウン

トップレベルのユーザのインタフェース

【表6】

[0271]

Select Option 9600 RUN-CREATE-EDIT-UTIL TOP LEVEL display

Run Enter program #xxxx

RUN display

Edit
Enter program #xxx
EDIT display

【0272】プログラムはCREATEのディスプレイ中のプログラムの型を選択することによってつくる。ユーザは編集すべきプログラムの最初のディスプレイに直接行く。記憶されたプログラムを、RUN、EDITまたはプログラムのディスプレイから番号1~150のいずれかを入力することによって検索する。RUNディスプレイの状態で有効なプログラムの番号を入力すると、プログラムの実行が自動的に開始する。EDITまたはプログラムのディスプレイの状態で有効な番号を入力すると、編集すべきプログラムの最初の部分のディスプレイが現れる。

【0273】STEP(スクリーンを下方に動かす)またはBACK(前のフィールドに動く)またはENTER(次のフィールドに動く)を押すことによって、プログラムを編集する。RUN-STORE-PRINT-HOMEメニューのRUNを選択するか、あるいはキーパッド上のRUNキーを押すことによって、プログラムを実行する。ユーザは、上記各プログラム実行に要求される2つのパラメータを最初に入力する。

【0274】 【表7】

Tube type: MICRO React vol: 100uL

【0275】OPTIONキーはMICRO(MicroAmp管)からTHIN(薄い壁のGeneAmp管)に管の型をトグルする。ユーザが特別の管を構成した場合、OTHERのオプションが追加される。異なる反応体積を入力することができる。これらのパラメータはこのプログラムとともに記憶される。ENTERはこれらの値を受け取る。

【0276】 【表8】 Create program HOLD-CYCL-AUTO-METH

CREATE display

Select function DIR-CONFIG-DIAG-DEL UTIL display

Select print mode OFF-CYCLE-SETPOINT

【0277】ユーザがランタイムのブリンタをオンの状態にし、そしてサイクル、オートまたは方法のブログラムを実行している場合、次のブリンタの選択が提示される。CYCLEは、サイクルが完結したときのみメッセージをブリントする。SETPOINTは、すべての設定点(ランプ応答/保持時間および温度)についてのランタイムのデータをブリントする。

【0278】 【表9】

Select print mode OFF-ON

【0279】ユーザがランタイムのブリンタをオンの状態にし、そして保持のブログラムを実行している場合、 次のブリンタの選択が提示される。

【0280】 【表10】

> Cover temp is xx°C Run starts at 100°C

【0281】加熱されたカバーが100℃以下である場合、次のスクリーンが表示される。ユーザがこの表示されたディスプレイを監視していれば、加熱されたカバーが100℃に到達したときにプログラム実行は自動的に開始する。ユーザがブログラムのディスプレイに戻すためにSTOPを打った場合、ブログラム実行はマニュアルで再スタートしなくてはならない。プログラムをセー

ブ(Save)しない状態でRUN-STORE-PR INT-HOMEメニューにおけるMOREを受け取る と、次のスクリーンが表示される。

[0282]

【表11】

*【0284】ユーザは無限のソーク(Soak)または 時間限定した保持のいずれかを選択することができる。 [0285] 【表13】

Beep while Hold? NO

【0286】ビーパーは1秒毎に1回音を出す。

ホールドプログラム-ランタイムの表示

Prog #xxx not stored Continue? YES

ホールドプログラム

[0283]

【表12】

xx.xC RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

HOLD #XXX

Hold at xx.xC

Hold FOREVER-XXX: XX

ж

Hold at xx.xC xx.xC XXX:XX Prog xx

RUNTIME display

HOLD #xx PAUSE XX:XX xx.xc

KEYPAD PAUSE display

None

[0287] 【表14】

MORE display

None

PROGRAMMED PAUSE

[0288]

ホールドプログラム-ランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μ1 開始クロック 設定点のx.x℃

以内

HOLDプログラム#xxx

HOLDプログラム:xx. x℃ xxx:xx 実際:xx. x℃ xxx

:xxまたは

HOLDプログラム: xx. x°C FOREVER 実際: xx. x°C xx

HOLDプログラム#xxx-プログラム実行の完結 1990年11月14日

xx:xx AM

サイクルプログラム

[0289]

【表15】

CYCL #XXX XX.XC RUN-STORE-PRINT-HOME PROGRAM display

x Temperature PCR

[0290] ディフォルト (不履行) は3 である。 C れはC のプログラムにおける設定点の数を決定する。 $1\sim 9$ の設定点が許される。

【0291】 【表16】

Setpt #1 Ramp xx:xx xx.xc Hold xx:xx

【0292】上で入力した設定点の数により、どれだけ多くの設定点の編集の表示がなされるかが決定される。 ユーザは各設定点についてのランプ応答時間および保持時間を入力することができる。ユーザが設定点を構成することが可能な温度範囲内に試料温度が到達したときに、保持タイマがスタートするであろう。

【0293】 【表17】

Total cycles = XX
Pause during run? NO

【0294】ユーザがボーズを必要としない場合、次の3つのディスプレイがスキップされる。1~99サイク*

Ramp to xx.xC xx.xC xx.xC xxx:xx Cycle xx RUNTIME display (ramp)

Hold at xx.xC xx.xC xxxxC xxx:xx Cycle xx RUNTIME display (hold)

CYCL #xxx xx.xC
PAUSE xx:xx

KEYPAD PAUSE display

*ルが可能である。 【0295】 【表18】

Pause after setpt #X
Beep while pause?YES

【0296】設定点の数について0を入力することは、ユーザがポーズを必要としないことを意味し、したがって次の2つのディスプレイがスキップされる。 【0297】 【表19】

> 1st pause at cycl xX Pause every xx cycls

【0298】サイクルの数は上で入力した合計の数に限定される。

【0299】 【表20】

Pause time xx:xx

【0300】ディフォルトのポーズ時間はユーザの構成の中にセットされる。

サイクルプログラム – ランタイムのディスプレイ 【0301】

【表21】

Setpt #x Tot Cyc xx Hrs left X.X Progxxx MORE display

Setpt #x xx.xC PAUSE xx:xx Cycle xx PROGRAMMED PAUSE

[0302]

<u>サイクルプログラム-ランタイムのプリントアウト</u> PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx. x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μl 開始クロック 設定点のx. x℃

以内

CYCL プログラム#xxx

CYCL#xx

Setpt#x RAMPプログラム:xx.x°C xx:xx 実際:xx

. х°С хх∶хх

HOLDプログラム:xx.x°C xx:xx 実際:xx.x°C xx:x

(9までの設定点)

(99までのサイクル)

CYCLプログラム#xxx-プログラム実行の完結 1990年11月14日

xx:xx AM

CYCLプログラム#xxx-ユーザのアボート(打ち切り)1990年11月

14日 xx:xx AM(打ち切りの場合のみ)

オートプログラム

[0303]

【表22】

AUTO #xxx xx.xC RUN-STORE-PRINT-HOME

PROGRAM display

x Temperature PCR

【0304】ディフォルトは3である。このディフォルトはこのプログラムにおける設定点の数を決定する。1~9の設定点が許される。

[0305]

【表23】

Setpt #1 xx.xC Hold for xx:xx

[0306]上で入力した設定点の数により、どれだけ多くの設定点の編集の表示がなされるかが決定される。ランプ応答時間が与えられないと、計器は出来る限り速くランプ応答する。ユーザが設定点を構成することが可能な温度範囲内に試料温度が到達したときに、保持タイマがスタートする。

[0307]

【表24】

Setpt #1 xx.xC Change time/temp?YES

【0308】ユーザがサイクル毎に時間および/または 温度を増加または減少させようとする場合、次の表示が 与えられる。

[0309]

【表25】

xx.xC delta x.xC delta xx:xx_

【0310】OPTIONキーは矢印を上方に(サイクル毎に増加)または下方に(サイクル毎に減少)トグルする。減少を可能とする最大時間は設定点の保持時間に限定される。

[0311]

【表26】

Total cycles = XX

【0312】99までのサイクルが許される。 オートプログラム-ランタイムのディスプレイ

[0313]

【表27】

Hold at xx.xC xx.xC XXX:XX Cycle xx RUNTIME display

Setpt #x Tot Cyc xx Hrs left X.X Progxxx MORE display

XXX OTUK PAUSE XX:XX

xx.xC

None

KEYPAD PAUSE display

PROGRAMMED PAUSE

[0314]

オートプログラム - ランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型:MICRO 反応体積:100μ1 開始クロック 設定点のx.x℃ 以内

AUTOプログラム#xxx

CYCL#xx

Setpt#x RAMPプログラム:xx.x℃ xx:xx 実際:xx

. x°C xx:xx

HOLDプログラム:xx.x°C xx:xx 実際:xx.x°C xx:x

(9までの設定点)

(99までの設定点)

CYCLプログラム#xxx-プログラム実行の完結 1990年11月12日

xx:xx AM

CYCLプログラム#xxx-ユーザの打ち切り 1990年11月12日 x

x: x x AM (打ち切りの場合のみ)

方法プログラム [0315]

【表28】

【表29】

xx.xC METH **#**XXX RUN-STORE-PRINT-HOME PROGRAM display

Link progs:

【0318】方法プログラム-ランタイムの表示

RUNTIME, MOREおよびPAUSEの表示は、 現在実行されているプログラムのものであろう。実行さ れているプログラムがある方法においてリンクされると き、2つの付加的なMOREのディスプレイが与えられ る。

[0319] 【表30】

【0316】17までのプログラムをある方法において リンクすることができる。ユーザが、存在しないプログ ラム#を入力しようとする場合、メッセージ「プログラ ムは存在しない」が表示される。ユーザが他の方法でリ ンクしようとする場合、メッセージ「この方法でリンク するととができない」が表示される。

[0317]

aaa-bbb-METH ≠xxx ccc-ddd-eee-fff-ggg-ADDITIONAL MORE display

【0320】現在実行されているプログラムの数が一時

的に表示されるであろう。 【0321】 【表31】 * [0322]

hhh-iii-jjj-kkk-lllmmm-nnn-ooo-ppp-qqq

*

方法プログラムーランタイムのプリントアウト

PE Cetus GeneAmp PCRシステム9600 Ver xx.

x 1990年11月14日 xx:xx AM

管の型: MICRO 反応体積: 100 μ l 開始クロック 設定点の x. x ℃

以内

METHOD7ログラム#xxx

データに先行する

METHODプログラム#xxx

ログラムデータに従う

方法プログラムープリント

[0323]

【表32】

Select option
METHOD-PROGRAM DATA

【0324】METHOD との方法においてリンクした各プログラムのヘッダをプリントする。

PROGRAM DATA との方法においてリンクした各プログラムのヘッダおよびその内容をプリントする。

プログラムの記憶

STOREがRUN-STORE-PRINT-HOM Eメニューから選択されるとき、プログラムを記憶するルーチンはファイルならびに方法について同一である。プログラムを保護することによって、このプログラムがユーザの番号を認識しないために勝手に重ね書きされたり消去されたりすることができないようにユーザが保証されるであろう。他のユーザは彼らの方法において上記の保護されたファイルを見、編集、実行し、そしてリンクすることができるが、記憶されたバージョンを変更することはできないであろう。

【0325】 【表33】

> Store Enter program #xxx

【0326】xxxは1~150の最初の利用可能なブログラムである。

- すべてのリンクされたプログラムの

- 方法の完結 - すべてのリンクしたプ

【0327】 【表34】

> Progxxx is protected Enter user #xxxx

【0328】ユーザは保護されたプログラムの#を入力した。正しいユーザの#はこのプログラムを重ね書きするために入力されなくてはならない。

[0329]

【表35】

Progxxx is protected Wrong user number!

【0330】誤ったユーザの#が入力された。このディスプレイは5秒間止まった後、前のものに戻る。ユーザは正しい#を入力するために3回のチャンスが与えられる。

[0331]

【表36】

Progxxx is linked in Methxxx Continue?YES

【0332】ユーザがある方法においてリンクされたプログラムを重ね書きしようとする場合、ユーザは警告され、そして、上記動作を続けた行うか否かの選択が提示される。

[0333]

【表37】

Can't overwrite prog Linked in method xxx

【0334】ユーザが他の方法においてリンクされたプログラムを重ね書きしようとする場合、エラーメッセージが与えられる。

[0335]

【表38】

Store
Protect program? NO

【0336】ユーザは、プログラムを保護しならびに前*

Prog #xxx User #xxxx OK to store? YES

【0340】存在するプログラムを重ね書きすることができる状態にある。プログラムが保護される場合のみ、ユーザ#が現れる。

ユティリティファンクション

[0341]

【表41】

Select function DIR-CONFIG-DIAG-DEL

UTIL display

【0342】DIRは、それらのプログラムの数、ユーザの数またはプログラムの型の何れかにより、記憶されたプログラムのディレクトリをユーザが見るか、あるいはプリントできるようにする。CONFIGは、特別の必要性に計器の使用をユーザが調整できるようにさせる。DIAGは、ランタイムの問題を診断しそして計器の性能を確認する手段をユーザに提供する。DELは、プログラムの数、ユーザの数またはプログラムの型により記憶されたプログラムをユーザが消去できるようにする。

ユティリティ-ディレクトリ

[0343]

【表42】

* に保護されたプログラムを無保護にするチャンスを与え られる。

[0337]

【表39】

Store Enter user #xxxx

【0338】ユーザがプログラムを保護したい場合、ユーザ#を入力しなくてはならない。利用可能なスロットの中にプログラムを記憶できる状態にある。プログラムが保護される場合のみ、ユーザ#が現れる。

[0339]

【表40】

Prog #xxx User #xxxx OK to overwrite? YES

Directory
PROG-TYPE-USER-PRINT

【0344】プログラム数によるディレクトリ

[0345]

【表43】

Directory Enter program #xxx

【0346】プログラムは所定の数でスタートする数の順序で記載される。STEPキーおよびBACKキーはディレクトリ表示中動く。ビーバーは記載するプログラムの開始または終わりにおいて音を発する。

[0347]

【表44】

HOLD #124

【0348】STOPはユーザに上の表示に戻るようにさせる。

プログラムタイプによるディレクトリ

[0349]

【表45】

Directory HOLD-CYCL-AUTO-METH

【0350】プログラムの数は、選択した型のプログラムについて記載される。

[0351]

【表46】

CYCL #15

【0352】<u>ユーザ数によるディレクトリ</u> 【0353】 【表47】

Directory Enter user #xxxx

[0354] 所定のユーザの数の下に記憶されたすべてのプログラムは記載されるであろう。

【0355】 【表48】

METH #150 User #1234

【0356】 ディレクトリプリント 【0357】

【表49】

Directory Print PROG-TYPE-USER

【0358】ユーザはディレクトリが前で見られた同一の方法で記載されるディレクトリのハードコピーを得る ことができる。

ユティリティーユーザの構成

[0359]

【表50】

Configuration EDIT-PRINT

【0360】ファイルの構成は、メニューからEDIT を受け取るか、あるいはSTEPキーを押すことによっ て編集することができる。PRINTはこのファイルの 内容をプリントする。

【0361】 【表51】

Time: XX:XX
Date: mm/dd/yy

【0362】ユーザはシステムの時間および日付をセットすることができる。

【0363】 【表52】

Runtime printer OFF Runtime beeper ON

【0364】ランタイムのプリンタがオンである場合、ユーザは各ランのスタートとしてプリンタのオプションで促進される。ランタイムのビーバーがオンである場合、プログラムを実行する間ビーバーは各セグメントの終わり(シーケンスのランプ(ramp)またはシーケンスの部分を保持した後)に音を出す。

【0365】 【表53】

Pause time-out limit xx:xx

【0366】この時間は、プログラムがアボートする前 にポーズすることができる時間の最大量を表す。これは キーパッドのポーズのみに関する。

【0367】 【表54】

Allowed setpt error

[0368] との時間は、エラーがフラッグされる前に 実際の試料温度が設定点から変化できる度数を表す。 [0369] 【表55】

Idle state setpoint xx°C

【0370】との設定点は、常に存在する制御の冷却電力をバランスするために有用である。試料温度は、計器が使用されていないときはいつでも、アイドル状態設定点に維持される。

【0371】 【表56】

start clock within x.x°C of setpoint

【0372】実行中のプログラムの保持されたセグメントの時間を計るクロックは、試料温度のとの温度内を得るとき、トリガされるように構成することができる。名目上の値は1.0℃である。

【0373】 【表57】

Special tube? NO

【0374】ユーザがMicroAmpまたは薄い壁のGeneAmpの管以外の異なる型の管を使用しようとする場合、ユーザはYESに対してこのオプションをセットし、そして少なくとも3対の反応体積および管の時定数のデータを入力しなくてはならない。この曲線を使用して、実行の開始のときユーザが入力した反応体積に依存するこの特別な管を使用して、各ランについて正しいタウ(管の時定数)を外挿することができる。

【0375】 【表58】

Rxn vol=xxxuL T=xxxs
Rxn vol=xxxuL T=xxxs

【0376】ユーザが「特別の管」をYESにセットした場合、との3組のスクリーンが与えられる。

実用性-消去

【0377】 【表59】 Delete PROGRAM-USER-ALL

【0378】 <u>プログラムによる消去</u> 【0379】 【表60】

> Delete Enter program fxxx

【0380】すべてのプログラム(ファイルおよび方法)は数により消去することができる。 【0381】

【表61】

Can't delete progxxx Linked in methodxxx!

【0382】プログラムはある方法においてリンクした 場合消去することができない。

【0383】 【表62】

Progxxx is protected Enter user #xxxx

【0384】ユーザは保護されたプログラムの#を入力した。正しいユーザの#はこのプログラムを消去するため入力されねばならない。

【0385】 【表63】

Progxxx is protected Wrong user number!

【0386】誤ったユーザの#が入力された。との表示は5秒間止まった後、前の表示に戻る。ユーザは正しい#を入力する3回のチャンスを与えられる。

【0387】 【表64】

> Prog #xxx User #xxxx Delete program? YES

【0388】プログラムの消去準備。ユーザ#はプログラムが保護されたときのみ現われる。

ユーザによる消去

【0389】 【表65】

> Delete Enter user #xxxx

【0390】所定のユーザの数が与えられた後、プログラムを消去することができる。

【0391】 【表66】

> Delete No progs with #xxxx

[0392] 所定のユーザの#を有するプログラムが存在しない場合、次のメッセージが表示される。 【0393】

【表67]

Progs linked in meth STEP to list progs

【0394】プログラムがある方法においてリンクされる場合、プログラムを消去することができない。STE Pキーは、リンクしたプログラムのリストを通してサイクルする。

【0395】 【表68】

> Can't delete progxxx Linked in methodxxx!

【0396】リンクしたプログラムのリストは、どの方法でプログラムをリンクしたかを示す。

【0397】 【表69】

User #xxxx
Delete all progs?YES

【0398】 これはリンクされていない所定のユーザの #の下ですべてのプログラムを消去する。 全消去

【0399】 【表70】

Delete every unprotected prog?YES

【0400】とれは保護された方法でリンクされない、 すべての保護されてないプログラムを消去する。

ユティリティーユーザの診断

診断テストを実行している間、STOPキーはユーザをトップレベルの診断スクリーンにユーザを常に戻し、そしてテストの数ねよび名前を次のテストに自動的に増加する。これは有効な診断を通してマニュアルサイクリングを促進する。

【0401】 【表71】

Enter Diag Test #1 REVIEW HISTORY FILE

【0402】ユーザは実行するため診断の数を入力する ことができるか、あるいは有効なテストを通して、サイ クリングするためSTEPまたはBACKキーを使用で きる。STEPまたはBACKキーを押す毎に、テスト の数は増減され、そして関連するテストの名前が表示さ れる。この特徴は、ユーザが各テストに関連する数を記 憶する必要性を排除する。

履歴ファイルのレビュー

[0403]

【表72】

Enter Diag Test #1 REVIEW HISTORY FILE

【0404】履歴ファイルは、500までの最近の実行のレコードを記憶することができる、バッテリーRAM中の循環バッファである。バッファが充満されているとき、最も古い入力はオーバーライトされる。バッファはプログラムは実行された後自動的にクリアされる。

[0405]

【表73】

HISTORY nnn recs ALL-STAT-ERRORS-PRNT 【0406】履歴ファイルのヘッダはファイル中の現在のレコードの数(「nnn」)を表示する。ALLはすべてのレコードを見る。STARTは状態のレコードのみを見る。ERRORSはエラーのメッセージをもつレコードのみを見る。PRNTは履歴ファイルのすべてまたは一部分をブリントする。レコードの2つの型は、

(1)プログラムについての情報を与える状態のレコードおよび(2)プログラムにおいて各保持およびランプセグメントについての情報を与えるデータのレコードである。保持プログラムは1つの保持セグメントとして処理され、そしてデータのレコードはファイルが終わるとき記憶される。数百の入力(50サイクル×6設定点=350入力)が存在できるので、ファイルを通る双方向の動作が要求される。ほとんどのPCRプログラムは3または6設定点および40サイクル以下のであることは重要である。入力は通常逆の順序で概観され、こうして最初に見られるレコードは書き込まれた最後のレコードである。ユーザが見るべきレコードの型を選択した場合、STEPまたはBACKは選択した型の1回の入力によりバッファを上下する。前述のSTEPまたはBACKとある数とによって、第2ラインを「スキップ#x*

ステータスのメッセージ

管の型: x x x x 反応体積: x x x μ L

Clkスタートw/inx. x℃

スタートxx/xx/xx

xx : xx

終わりxx/xx/xx

x x : x x 方法の完結

ポーズxx: xx, xx. x°C

致命的なステータスのメッセージ センサーのエラー 電力の故障 x x x. x 時間 ユーザのアボート ポーズ タイムアウト x x : x x

致命的な設定点のエラー

* x x 入力」で置換する。ユーザはある数を入力し、そしてENTERを押してその値を受け取り、そして入力の数はスキップされ、前進(STEP)または後進(BACK)する。前述のSTEPまたはBACKとRNUキーとによって、ユーザは選択した型の最大のレコード#(最新のレコード)またはレコード#1(最も古いレコード)に急速に移ることができる。STOPは外観モードを停止し、そしてファイルのヘッダを表示する。

ステータスのレコード

【0407】 【表74】

> ·ffff #xxx/mmm message

תתת

【0408】「ffff」はHOLD、CYCLまたはAUTOである。「xxx」はプログラムの数である。「/mmm」はリンクしたプログラムについての方法の数、さもなければブランクである。「nnn」はレコードの数である。「メッセージ」は次の1つである。

実行において使用した試料管の型 実行において使用した反応体積 保持クロックは設定点のこの温度内でスタ ートする 実行のスタートの時間および日付

実行の終わりの時間および日付

方法にリンクしたすべてのプログラムは完 結される プログラムはこの温度においてこの時間の 間ポーズした

センサーは1列で10回の悪い読みをした電力はこの時間の間オフであったユーザはSTOPキーを実行の間に押すキーパッドのボーズは、その構成可能な時間限界に到達した。

計算した時間以内に設定点に到達しない場合、プログラムをアボートするための要件であるか。開始ランプ温度(10℃の増分に対して0℃~100℃)対終了のランプ温度(同一軸のラベリング)である10×10のルックアップテーブルは、TC2が任意の所定量の度でランプを上下するために要する平均時間を保持する。設定点が次のようにして計算した時間に到達しない場合、ファイルはアボートされる。

プログラムされたランプ時間+(2*ルックアップテーブルの値)+10分

データのレコード

「f」はHOLD、CYCLまたはAUTOである「xxx」はプログラムの数である 【0409】 【表75】

f#xxx/mmm ddd.dC nnn Cycyy Setpt z mmm:ss

【0410】「/mmm」はリンクされたプログラムに 対する方法の数であり、さもなければブランク

「ddd.d」は最終の設定点の温度である

「nnn」はレコードの数である

「yy」はサイクル数である

「z」は設定点の数である

「mmm. ss」は設定点の時間であるサイクルおよび設定点の数の分野は保持プログラムのために省略される。

データエラーのレコード

[0411]

【表76】

message ddd.dC nnn Cycyy Setpt z mmm:ss

【 0 4 1 2 】 「 d d d . d 」は終わりの設定点の温度である

「nnn」はレコード数である

「yy」はサイクル数である

「z」は設定点の数である

「mmm:ss」は設定点の時間である

「message」は、次のように非致命的エラーを示す:

非致命的エラーのメッセージ

ステップのエラー 設定点は計算した時間で到達しなかった:

プログラム可能なランブ時間+ (2*ルックアップテーブルの値)

プログラムのエラー 設定点の温度または時間の自動的 プログラムの自動的増加/減少は、保持時間を負とさせ るか、あるいは時間を0.1~100℃の中から外とす る。

【0413】温度のエラー セグメントの終わりにおいて、設定点の温度はユーザの構成量を+/-にドリフトした。保持プログラムについて、サイクルおよび設定点のフィールドは省略される。

履歴ファイルをプリントする

履歴ファイルのヘッダのメニューを通して、履歴ファイルのプリントのルーチンにアクセスする。〇PTIONのキーはオプションを通してカーソルをサイクルする。 【0414】

.....

HISTORY nnn recs

【0415】PRNTがプリントスクリーンを表示している下でカーソルが位置づけられるとき、ENTERキーを押す:

[0416]

【表78】

【表77】

Print History ALL-STAT-ERRORS

[0417]

ALL ファイル中のすべてのレコードをブリントする STAT ステータスレコードのみをブリントする ERRORS エラーのメッセージをもつレコードのみ をブリントする

プリントのオプションの1つが選択されるとき、次のスクリーンが表示される:

[0418]

【表79】

Print History Print from prog #xx

【0419】第1(最も最近)のプログラム数は不履行のプログラムである。ユーザはプリントを開始すべきプログラムの数を変化させることができる。プリントの間、次のスクリーンが表示される:

[0420]

【表80】

Print History ...printing

【0421】ブリントの終わりにおいて、ブリントの履 歴のメニューが再び表示される。

ヒータのテスト

[0422]

【表81】

Enter Diag Test #2 HEATER TEST

【0423】ヒータのテストは、その温度が35℃から65℃に上昇するとき試料ブロックの加熱率を計算する。試料ブロックがブロック温度を35℃に戻すとき、次のスクリーンが表示される。

[0424]

【表82】

Heater Test Blk=XX.X going to 35C...

【0425】温度が安定化したとき、すべてのヒータは全電力をオンにされる。ことで表示は「60℃に行く」を読み、そしてブロック温度はブロック温度が50℃を通過した後20秒間モニターされる。20秒後、合格または不合格のメッセージが表示される。

【0426】 【表83】

Heater Test PASSES

【0427】<u>冷却テスト</u> 【0428】 【表84】

Enter Diag Test #3 CHILLER TEST

【0429】冷却テストは、試料ブロックの温度が35℃から15℃に低下するとき、試料ブロックの冷却率を計算する。試料ブロックがブロック温度を35℃にさせるとき、次のスクリーンが表示される。

【0430】 【表85】

Chillr Test Blk=XX.X going to 35C...

【0431】温度が安定化されるとき、冷却器はオンである。ことで表示に「15℃に行く」が読まれ、そしてブロック温度は試料ブロックが25℃を通過した後20秒間モニターされる。20秒間、合格または不合格のメッセージが表示される。

【0432】 【表86】

Chiller test PASSES

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の教示に従う熱サイクル装置のブロック 線図である。

【図2】本発明の教示に従う試料ブロックの平面図であ ろ

【図3】バイアス冷却チャンネルおよびランブ冷却チャンネルを示す試料ブロックの側面図である。

【図4】試料ブロックの端面図である。

【図5】試料ブロックの端面図である。

【図6】図2中の切線6-6′に沿った試料ブロックの 断面図である。

【図7】図2中の切線7-7′に沿った試料ブロックの 断面図である。

【図8】図2中の切線8-8′ に沿った試料ブロックの 断面図である。

【図9】3ゾーンのフィルムヒータとブロック支持体との組立て後の試料ブロックの構造の側断面図である。

【図10】3ゾーンのフィルムヒータに対する電力制御の形態を示す電力ライン電圧のグラフである。

【図11】典型的な3インキュベーションPCRプロトコルを示す温度のグラフである。

【図12】局所的ゾーンの概念を示す試料ブロックの断面図である。

【図13】3ゾーンのヒータの平面図である。

【図14】低すぎる試料管配置力Fのτの作用を示す、 試料温度対時間のグラフである。

【図 1 5 】試料ブロックの中に配置された試料管および キャップの断面図である。

【図16】(A) RC回路のインバルスの応答のグラフである。(B) インバルス励起バルスのグラフである。(C) ブロックの熱インバルスの応答および温度履歴のくりこみが計算した試料温度を与える方法を示すグラフである。(D) 試料ブロック/試料管システムの熱的応答の電気的アナログを示す。

【図17】3ゾーンのヒータの制御に使用する方程式についての比例定数が適切にセットされるとき、6つの異なる試料のすべての計算した温度が標的温度上で互いに約0.5℃以内へ収束する仕方を示す。

【図18】変性標的温度が発生したDNAの量に影響を 与える方法を示すグラフである。

【図19】スライドカバーおよび加熱された定盤の断面 図である。

【図20】スライドカバー、試料ブロックおよび加熱された定盤の下降に使用するノブの斜視図である。

【図21】(A) 試料ブロック上に配置されたときの、フレーム、リテイナー、試料管およびキャップの1つの実施態様のアセンブリーの断面図である。(B) 試料ブロック上に配置されたときの、フレーム、リテイナー、試料管およびキャップの好ましい実施態様のアセンブリーの断面図である。

【図22】マイクロタイターブレートについてのブラス チックの使い捨てフレームの頂面図である。

【図23】フレームの底面図である。

【図24】フレームの端面図である。

【図25】フレームの他の端面図である。

【図26】図22における切線26-26′に沿ったフレームの断面図である。

【図27】図22における切線27-27′に沿ったフレームの断面図である。

【図28】フレームのへりの正面図および部分断面図である。

【図29】好ましい試料管の断面図である。

【図30】試料管の上部の断面図である。

【図31】キャップのストリップの部分の正面図である。

【図32】キャップのストリップの一部分の頂面図である。

【図33】96ウェルのマイクロタイタートレーのブラスチックの使い捨てリテイナー部分の頂面図である。

【図34】リテイナーの部分切断側面図である。

【図35】リテイナーの端面図である。

【図36】図33における切線36-36′に沿ったリテイナーの断面図である。

【図37】図33における切線37-37′に沿ったリテイナーの断面図である。

【図38】96ウェルのマイクロタイタートレーのプラスチックの使い捨て支持体のベースの平面図である。

【図39】ベースの底面図である。

【図40】ベースの側面図である。

【図41】ベースの端面図である。

【図42】図38において切線42-42′に沿った支持体のベースの断面図である。

【図43】図38において切線43-43'に沿った支持体のベースの断面図である。

【図44】図38において切線44-44′に沿った支持体のベースの断面図である。

【図45】いくつかの試料管およびキャップが所定位置 にあるマイクロタイタートレーからなる、プラスチック の使い捨て物品の分解斜視図である。

【図46】図1 における冷却液制御システム24の線図 である

【図47】本発明に従う制御エレクトロニクスのブロック線図である。

【図48】本発明に従う制御エレクトロニクスのブロック線図である。

【図49】典型的なツェナー温度センサの概略図である。

【図50】典型的な試料期間の時間ライン線図である。

【図51】商品名MAXIAMPで市販されている、高い薄い壁の試料管の側断面図である。

【図52】薄い壁の試料管および厚い壁の先行技術の管の間の応答時間の差を示すグラフである。

【図53】試料管およびキャップの平面図である。

【図54】パワーアップ試験順序のフローチャートである。

【図55】パワーアップ試験順序のフローチャートであ ス

【図56】パワーアップ試験順序のフローチャートである。

【図57】パワーアップ試験順序のフローチャートである。

【符号の説明】

1~7…カラム

10…試料

12…試料ブロック

14…加熱されたカバー

16…端末

18, 22…パス

20…制御コンピュータ

24…冷却液制御システム

26…入力管

28…出力管

30,32…管

34…熱交換器

36…入力管

38…出力管

39…溜

40…冷却装置

41…ポンプ

42…ファン

44…フィン管凝縮器

45,46…管

47…分岐交差

48…熱

- 49…パイアス冷却チャンネル
- 50…管
- 51…レストリクター
- 52, 54…パス
- 53…入力
- 55…2状態のソレノイド作動弁
- 56…周囲空気温度センサー
- 57…ランプ冷却チャンネル
- 58…ライン
- 61…温度センサー
- 63…センサー
- 67…円錐形壁
- 68…試料ウェル
- 70…溜
- 78…みぞ、スロット
- 82…点
- 83,89,90…試料ウェル
- 91, 93, 95, 97, 99…冷却チャンネル
- 100~107…ランプ冷却チャンネル
- 116…底面
- 122…ハイブリダイゼーションインキュベーション
- 128, 130, 132…孔
- 130. 132…ねじ孔
- 134~143…孔
- 146…ボルト
- 147…スピルカラー
- 148…はがね支持ブラケット
- 150, 152…コイルばね
- 154…はがね圧力板
- 156…マルチゾーン試料ブロックフィルムヒータ
- 158…シリコーンゴムのパッド
- 160…エポキシ樹脂フォームの層
- 162…ネガティブのハーフサイクル
- 164…ポジティブのハーフサイクル
- 166…分割線
- 170…変性インキュベーション
- 172…ハイブリダイゼーションインキュベーション
- 174…伸長インキュベーション
- 198…冷却チャンネル
- 200, 202…局所的領域
- 228, 230…へりの表面
- 234…試料ウェル
- 250, 252 ... ~ 9
- 254…中央ゾーン
- 256、258…へりヒータ領域
- 260, 262…マニホールドヒータ領域
- 266、268…プラスチック冷却液マニホールド
- 276…試料混合物
- 282…温度応答曲線
- 288…試料管

- 292…対流の流れ
- 294…ピーク
- 312…親ねじ
- 316…すべりカバー
- 318…ノブ
- 320, 322…レール
- 324, 326…試料管
- 332, 334…インデックスマーク
- 336…飾り板
- 338…プラスチックキャップ
- 340…プラスチックトレー
- 342…マイクロタイタープレートのフレーム
- 346…上部のへり
- 368…円錐形プラスチック壁
- 372…水平のプラスチックプレート
- 376…試料管
- 378…内側へり
- 382…孔の対向するへり
- 386…リテイナー
- 394…ウェブ
- 396…タブ
- 402…単一の水平のプラスチック平面
- 4 1 0 ··· 7L
- 414…プラスチックタブ
- 416, 418…スロット
- 420…ベース
- 424…典型的な試料管
- 450…マイクロプロセッサ
- 452…アドレスバス
- 454…データバス
- 456...EPROM
- 458…バッテリーバックアップRAM
- 460…システムクロック/カレンダー
- 462…アドレスデコーダー
- 464…チップセレクトバス
- 466…キーボード
- 468…ディスプレイ
- 470…キーボードインタフェース回路
- 472.474…プログラム可能な間隔タイマ
- 476…割込みコントローラー
- 478 ··· UART
- 480 ··· RAM
- 482…プログラム可能な割り込み制御装置(PIC)
- 484…プログラム可能なアレイ論理チップ(PAL)
- 486…12ビットのアナログ対ディジタルコンバータ
- -(A/D)
- 492, 494…マルチプレクサ
- 496…2,000オームの抵抗器
- 498…+15ボルトの調整された電力供給
- 500…ゼンナーダイオード

506…較正電圧発生器

512…RMS対DCコンバーター回路

516…ステップ-ダウントランス

530, 532, 534, 536…光学的に連結された

トライアックドライバー

538…制御バス

546,548…熱的カットアウトスイッチ

550…「パーソナリティ」プラグ

566…ゼロ交差検出器

568…2ラインバス

570…電力トランス

572,574…調整された電力供給

576…非調整電力供給

578…アナログ増幅器

*590…間隔

592…開始時間

594…時間

600…出力ライン

602,604…単安定マルチパイブレータ

614…ソレノイドコイル

616…電力供給「レール」

620…電流制限抵抗器

624…ソレノイド作動弁

632…タイムアウトワンショット

650…ポリブロピレンのキャップ

652…プラスチックウェブ

■する。

* [0022]

フロントページの続き

(72)発明者 ジョン ギルドナー アトウッド アメリカ合衆国, コネチカット 06896, ウエストレッディング, ライムキルン ロ ード 149

(72)発明者 フェントン ウイリアムズ

アメリカ合衆国, コネチカット 06804, ブルックフィールド, ストニー ヒル ビ レッジ 72

(72)発明者 ティモシー エム. ウッデンバーグ アメリカ合衆国, コネチカット 06801,

ベセル、ノールウッド ドライブ 72

(72)発明者 マーセル マーグリーズ

アメリカ合衆国, ニューヨーク 10583, スカーズダル, ファーラガット ロード 27

27

(72)発明者 ロバート ピー. ラグサ

アメリカ合衆国、コネチカット 06470, ニュートン、ウィレイ ランド 3

(72)発明者 リチャード リース

アメリカ合衆国, カリフォルニア 94707,

バークレイ, アラメダ 1136